(19) 世界知的所有権機関 国際事務局

(43) 国際公開日

2007年5月10日(10.05.2007)



PCT

(10) 国際公開番号 WO 2007/052615 A1

(51) 国際特許分類:

 C07D 401/04 (2006.01)
 C07D 401/14 (2006.01)

 A61K 31/4439 (2006.01)
 C07D 413/04 (2006.01)

 A61K 31/444 (2006.01)
 C07D 413/14 (2006.01)

A61P 31/10 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/321678

(22) 国際出願日: 2006年10月30日(30.10.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願 2005-317680

2005 年10 月31 日 (31.10.2005) JP 60/731,267 2005 年10 月31 日 (31.10.2005) US 特願 2005-374395

2005 年12 月27 日 (27.12.2005) JP 60/753,391 2005 年12 月27 日 (27.12.2005) US

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 (Eisai R & D Management Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒1128088 東京都文京区小石川四丁目6番1 0号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中 圭悟 (TANAKA, Keigo) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 井上 諭 (INOUE, Satoshi) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 村井則夫 (MURAI, Norio) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 松倉正幸 (MATSUKURA, Masayuki) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光

台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 中本 和孝 (NAKAMOTO, Kazutaka) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 白鳥 修司 (SHIROTORI, Shuji) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 阿部 信也 (ABE, Shinya) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 1 番地 3 エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP).

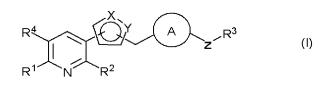
- (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒 1066123 東京都港区六本木 6 1 0 1 六本木ヒルズ森タワー2 3 階 TMI総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

─ 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: PYRIDINE DERIVATIVE SUBSTITUTED BY HETEROCYCLE AND FUNGICIDE CONTAINING THE SAME
- (54) 発明の名称: ヘテロ環置換ピリジン誘導体およびそれらを含有する抗真菌剤



(57) Abstract: A fungicide which has excellent antifungal activity and is excellent in properties, safety, and metabolic stability. Also provided is a compound represented by the following formula (I) or a salt thereof: [Chemical formula 1] (I) [wherein R^1 means hydrogen, halogeno, amino, C_{1-6} alkyl, C_{1-6} alkoxy, or $(C_{1-6}$ alkoxy) C_{1-6} alkyl; R^2 means hydrogen, C_{1-6}

alkyl, amino, or $di(C_{1-6}$ alkyl)amino; one of X and Y means nitrogen and the other means nitrogen or oxygen; ring A means a 5- or 6-membered heteroaryl ring or benzene ring each optionally having one or two halogen atoms or C_{1-6} alkyl groups; Z means a single bond, methylene, ethylene, oxygen, sulfur, $-CH_2O_-$, $-OCH_2-$, $-NH_-$, $-CH_2NH_-$, $-NHCH_2-$, $-CH_2S_-$, or $-SCH_2-$; R^3 means hydrogen, halogeno, or C_{1-6} alkyl, C_{3-8} cycloalkyl, C_{6-10} aryl, 5- or 6-membered heteroaryl, or 5- or 6-membered nonaromatic heterocyclic group each optionally having one or two substituents selected from the substituent group (α); and R^4 means hydrogen or halogeno].

(57) 要約:

本発明は、優れた抗真菌作用を有し、物性、安全性および代謝的安定性の面でも優れた抗 真菌剤を提供する。本発明によれば、下式(I)で表される化合物またはその塩;

【化1】

[式中、

 R^1 が、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基を意味し; R^2 が、水素原子、 C_{1-6} アルキル基、アミノ基、またはジ C_{1-6} アルキルアミノ基を意味し;XおよびYの一方が、窒素原子を、他方が、窒素原子または酸素原子を意味し;環Aが、ハロゲン原子もしくは C_{1-6} アルキル基を1個もしくは2個有していてもよい、5もしくは6員のヘテロアリール環またはベンゼン環を意味し;Zが、単結合、メチレン基、エチレン基、酸素原子、硫黄原子、 $-CH_2O$ ー、 $-OCH_2$ ー、-NHー、 $-CH_2NH$ ー、 $-NHCH_2$ ー、 $-CH_2S$ ー、または $-SCH_2$ ーを意味し; R^3 が、水素原子、ハロゲン原子、または、それぞれ置換基群 α から選ばれる置換基を1個もしくは2個有していてもよい、 C_{1-6} アルキル基、 C_{3-8} シクロアルキル基、 C_{6-10} アリール基、5もしくは6員 0 テロアリール基、または10 もは11 を意味する。]を開示する。

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678

明細書

ヘテロ環置換ピリジン誘導体およびそれらを含有する抗真菌剤 技術分野

[0001] 本発明は新規なヘテロ環置換ピリジン誘導体およびそれらを含有する抗真菌剤に 関する。

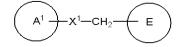
背景技術

- [0002] 近年、高度な化学療法等による免疫機能の低下した患者や高齢者が増加しているため、日和見感染の対策は益々重要性を増してきている。異なる弱毒菌による日和見感染が次々と起こっている事実が示すように、患者の抵抗力が低下するような基礎疾患がある限り感染症の問題は後を絶たない。従って、近い将来確実に訪れる高齢化社会においては、耐性菌の問題を含めた新たな感染症対策が重要な課題の一つとなることが見込まれている。
- [0003] 抗真菌剤の分野では、従来、例えば深在性の真菌症の治療にはポリエン系のアムホテリシンBやアゾール系のフルコナゾール、イトラコナゾール、ボリコナゾール等が開発されてきた。すでに上市されている既存薬には類似したメカニズムの薬剤が多く、現在ではアゾール耐性菌等の出現が問題となっている。
- [0004] 近年、新規メカニズムの1, 3-β-グルカン合成酵素阻害剤として天然物由来の 環状へキサペプチド型のカスポファンジンやミカファンジン等が開発されてきているが 、これらの薬剤には注射剤しかないことから、抗真菌剤としてはまだ充分ではない。
- [0005] このように既存の抗真菌剤では充分とはいえない状況にあり、新規なメカニズムに 基づく安全性の高い薬剤の開発が切望されている。

かかる新規なメカニズムに基づく抗真菌剤に関する関連技術として、特許文献1および2がある。特許文献1および2には、GPI(glycosylphosphatidyl-inositol)アンカー蛋白質の細胞壁への輸送過程を阻害することで細胞壁表層蛋白質の発現を阻害し、細胞壁assemblyを阻害するとともに真菌が細胞へ付着するのを阻害して、病原体が病原性を発揮できないようにすることにより、感染症の発症、進展、持続に対して効果を示すピリジン誘導体が記載されている。

[0006] しかしながら、特許文献1に開示されている化合物群は2ーベンジルピリジンを共通構造として有しており、本発明に係る化合物とは構造上明らかに異なっている。さらに、特許文献1に開示されている化合物群はin vitroにおいて活性を示すものの、体内で容易に代謝を受ける等の問題点を抱えている。また、特許文献2に開示されている化合物群は優れた抗真菌活性を示すが、下式

[0007] [化1]



 A^1 = optionally substituted 3-pyridyl or quinolyl, etc.

 $X^1 = -C(=O)-NH, -NH-C(=O)-, etc.$

E = furyl, thienyl, pyrrolyl, phenyl, pyridyl, tetrazolyl, thiazolyl, or pyrazolyl

に表される構造を有しており、ピリジン環骨格を有するものに限っても、該化合物群は、ピリジン環の3位で、アミドメチレン基をリンカーとして単環と結合していることを共通構造としている点で、本発明に係る化合物とは構造上明らかに異なっている。

- [0008] また、本発明に係る化合物に構造上近似する関連技術として、特許文献3ないし5 がある。特許文献3および4には、グリシントランスポーター阻害剤または5-HT受容 体のリガンドとして使用されるピラゾール環で置換されたピリジン誘導体が記載されて おり、特許文献5には、AGE破壊および阻害剤として使用される5員へテロ環で置換されたピリジン誘導体が記載されている。
- [0009] しかしながら、特許文献3ないし5には、本発明に係る化合物は記載されておらず、また、特許文献3ないし5に開示された化合物の、ヒト真菌症において一般的な菌種であるカンジダ、アスペルギルス、クリプトコッカス等に対する抗真菌作用は一切開示されていない。
- [0010] 特許文献1:国際公開第02/04626号パンフレット

特許文献2:国際公開第05/033079号パンフレット

特許文献3:国際公開第03/031435号パンフレット

特許文献4:国際公開第04/089931号パンフレット

特許文献5:国際公開第02/085897号パンフレット

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0011] 本発明の目的は、従来の抗真菌剤にはない優れた抗真菌作用を有し、物性、安全性および代謝的安定性の面でも優れた抗真菌剤を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0012] 本発明者らは、上記事情に鑑み鋭意研究を重ねた結果、下記式

[0013] [化2]

$$\begin{array}{c|c}
R^4 & X & A \\
\hline
R^1 & R^2
\end{array}$$
(I)

[0014] で表される、5員へテロアリール環をリンカーとしてピリジン環および5もしくは6員のヘ テロアリール環またはベンゼン環が結合していることを化学構造上の特徴とする新規 なピリジン誘導体(以下、本発明化合物という。)を合成することに成功し、これらの化 合物が優れた抗真菌作用を有することを見出し、本発明を完成した。

[0015] すなわち、本発明は

[1]: 下式(I)で表される化合物またはその塩;

[0016] [化3]

$$R^4$$
 R^1
 R^2
 R^3
(I)

[0017] 式中、

 R^1 が、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、 R^{11} -NH- $(R^{11}$ が、 C_{1-6} アルキル基、ヒドロキシ C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシカルボニル C_{1-6} アルキル基を意味する。)、 R^{12} -(CO)-NH- $(R^{12}$ が、 C_{1-6} アルキル基または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基)、 C_{1-6} アルキル基、ヒドロキシ C_{1-6} アルキル基、シアノ C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシを基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシと キル基を意味し:

 R^2 が、水素原子、 C_{1-6} アルキル基、アミノ基、またはジ C_{1-6} アルキルアミノ基を意味し;

XおよびYの一方が、窒素原子を、他方が、窒素原子または酸素原子を意味し; 環Aが、ハロゲン原子もしくはC アルキル基を1個もしくは2個有していてもよい、5もしくは6員のヘテロアリール環またはベンゼン環を意味し;

Zが、単結合、メチレン基、エチレン基、酸素原子、硫黄原子、 $-CH_2O-$ 、 $-OCH_2-$ 、-NH-、-NH-、 $-NHCH_2-$ 、 $-CH_2S-$ 、または $-SCH_2-$ を意味し;

 R^3 が、水素原子、ハロゲン原子、または、それぞれ置換基群 α から選ばれる置換基を1個もしくは2個有していてもよい、C アルキル基、C シクロアルキル基、C 6-10 アリール基、5もしくは6員へテロアリール基、または5もしくは6員の非芳香族系へテロ環式基を意味し:

R⁴が、水素原子またはハロゲン原子を意味する。

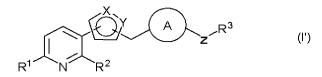
ただし、Zが単結合である場合または R^3 が水素原子である場合に、 R^1 、 R^2 、および R^4 は同時に水素原子とならない。

[置換基群α]

ハロゲン原子、シアノ基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシカルボニル基、 C_{3-8} シクロアルキル基、 C_{2-6} アルケニル基、および C_{2-6} アルキニル基

[0018] [2]: 下式(I')で表される化合物またはその塩:

[0019] [化4]



[0020] 式中、

 R^1 が、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基を意味し;

R²が、水素原子またはアミノ基を意味し、;

XおよびYの一方が、窒素原子を、他方は、窒素原子または酸素原子を意味し; 環Aが、5もしくは6員のヘテロアリール環またはベンゼン環を意味し;

Zが、メチレン基、酸素原子、 $-CH_2O-$ 、 $-OCH_2-$ 、-NH-、 $-NHCH_2-$ 、

または-CH₂NH-を意味し;

 R^3 が、それぞれ置換基群 α から選ばれる置換基を1個または2個有していてもよい、 C_{1-6} アルキル基、 C_{3-8} シクロアルキル基、 C_{6-10} アリール基、または5もしくは6員へテロアリール基を意味する。

[置換基群α]

ハロゲン原子、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{3-8} シクロアルキル基、 C_{2-6} アルケニル基、および C_{2-6} アルキニル基;

[0021] [3]:下式(I)または下式(I')

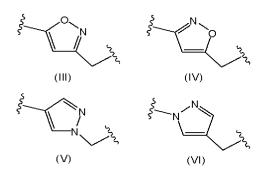
[0022] [化5]

で表される化合物の下式(II)

[0023] [化6]

で表される部分構造が、下記の群から選ばれる部分構造である請求項[1]または[2] に記載の化合物またはその塩;

[0024] [化7]



[0025] [4]:XおよびYの一方が窒素原子で、他方が酸素原子である請求項[1]または[2]に 記載の化合物またはその塩;

[0026] [5]:下式(I)または下式(I')

[0027] [化8]

$$\begin{array}{c|c}
X \\
A \\
z \\
R^3
\end{array}$$
(I')

で表される化合物の下式(II)

[0028] [化9]

で表される部分構造が、下式(III)

[0029] [化10]

で表される部分構造、または下式(IV)

[0030] [化11]

で表される部分構造である請求項[4]に記載の化合物またはその塩;

- [0031] [6]:XおよびYがともに窒素原子である請求項[1]または[2]に記載の化合物またはその塩;
- [0032] [7]:下式(I)または下式(I')

[0033] [化12]

$$\begin{array}{c|c}
X \\
A \\
z
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^3 \\
(I')
\end{array}$$

で表される化合物の下式(II)

[0034] [化13]

で表される部分構造が、下式(V)

[0035] [化14]

で表される部分構造または下式(VI)

[0036] [化15]

で表される部分構造である請求項[6]に記載の化合物またはその塩;

- [0037] [8]:R²がアミノ基である請求項[1]ないし[7]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩;
- [0038] [9]: R^1 が、水素原子、アミノ基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基である請求項 [8]に記載の化合物またはその塩;
- [0039] $[10]: R^1$ がアミノ基であって、 R^2 が水素原子である請求項[1]ないし[7]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩;

- [0040] [11]:環Aが、ピリジン環、ベンゼン環、フラン環、チオフェン環、またはピロール環である請求項[1]ないし[10]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩;
- [0041] [12]:環Aが、ピリジン環またはベンゼン環である請求項11に記載の化合物またはその塩:
- [0042] [13]:Zが、酸素原子、-CHO-、または-OCH₂-である請求項[1]ないし[12]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩:
- [0043] [14]:請求項[1]ないし[13]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩を含有する 医薬組成物;
- [0044] [15]:請求項[1]ないし[13]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩を含有する 医薬;
- [0045] [16]:請求項[1]ないし[13]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩を有効成分とする抗真菌剤;
- [0046] [17]:請求項[1]ないし[13]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩の薬理学的有効量を投与して、真菌感染症を予防および/または治療する方法;
- [0047] [18]:抗真菌剤の製造のための請求項[1]ないし[13]のいずれか1項に記載の化合物またはその塩の使用;
 を提供するものである。
 発明の効果
- [0048] 本発明化合物(I)またはその塩は、1)真菌のGPI生合成阻害に基づいて細胞壁表層蛋白質の発現を阻害し、細胞壁assemblyを阻害するとともに真菌が細胞へ付着するのを阻害して、病原体が病原性を発揮できないようにすることにより、感染症の発症、進展、持続に対して効果を示し、さらに、2)物性、安全性および代謝的安定性の面でも優れており、真菌感染症の予防または治療剤として極めて有用である。発明を実施するための最良の形態
- [0049] 以下に、本明細書において記載する記号、用語等の定義、本発明の実施の形態等を示して、本発明を詳細に説明する。

本明細書中においては、化合物の構造式が便宜上一定の異性体を表すことがあるが、本発明には化合物の構造上生じ得るすべての幾何異性体、不斉炭素に基づく

光学異性体、立体異性体、回転異性体、互変異性体等の異性体および異性体混合物を含み、便宜上の式の記載に限定されるものではなく、いずれか一方の異性体でも混合物でもよい。したがって、本発明の化合物には、分子内に不斉炭素原子を有し光学活性体およびラセミ体が存在することがありうるが、本発明においては限定されず、いずれもが含まれる。また、結晶多形が存在することもあるが同様に限定されず、いずれかの単一の結晶形であっても二以上の結晶形からなる混合物であってもよい。そして、本発明化合物には無水物と水和物等の溶媒和物とが包含される。

- [0050] 本明細書において使用する「C₁₋₆アルキル基」とは、炭素数1~6個の脂肪族炭化 水素から任意の水素原子を1個除いて誘導される一価の基である、炭素数1~6個の直鎖状または分枝鎖状のアルキル基を意味し、具体的には例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、4ソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、secーペンチル基、ネオペンチル基、1ーメチルブチル基、2ーメチルブチル基、1,1ージメチルプロピル基、1,2ージメチルプロピル基、nーヘキシル基、イソヘキシル基、1ーメチルペンチル基、2ーメチルペンチル基、3ーメチルペンチル基、1,1ージメチルブチル基、1,2ージメチルブチル基、3ージメチルブチル基、1,3ージメチルブチル基、2,3ージメチルブチルブチルズ、1,1,2ートリメチルブロピル基、1,2,2ートリメチルブロピル基、1,2,2ートリメチルプロピル基、1,2,2ートリメチルプロピル基、1,2,2ートリメチルプロピル基、1,2,2ートリメチルプロピル基、1ーエチルー1ーメチルプロピル基、1ーエチルー2ーメチルプロピル基等が挙げられ、好ましくはメチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、secーブチル基等である。
- [0051] 本明細書において使用する「C アルケニル基」とは、二重結合を1~2個含んでいてもよい炭素数2~6個の直鎖状または分枝鎖状のアルケニル基を意味し、具体的には例えば、エテニル基、1ープロペニル基、2ープロペニル基、1ーブテニル基、2ーブテニル基、3ーブテニル基、3ーブテニル基、ペンテニル基、3ーメチルー2ーブテニル基、ヘキセニル基、ヘキサンジエニル基等が挙げられ、好ましくはエテニル基、1ープロペニル基、2ープロペニル基、1ーブテニル基、2ーブテニル基、3ーブテニル基、2ーブテニル基、3ーメチルー2ーブテニル

基等である。

- [0052] 本明細書において使用する「C₂₋₆アルキニル基」とは、三重結合を1~2個含んでいてもよい炭素数2~6個の直鎖状または分枝鎖状のアルキニル基を意味し、具体的には例えば、エチニル基、1ープロピニル基、2ープロピニル基、1ーブチニル基、2ーブチニル基、3ーブチニル基、ペンチニル基、ヘキシニル基、ヘキサンジイニル基等が挙げられ、好ましくはエチニル基、1ープロピニル基、2ープロピニル基、1ーブチニル基、2ープチニル基、3ーブチニル基等である。
- [0053] 本明細書において使用する「C₃₋₈シクロアルキル基」とは、炭素数3~8個の環状 の脂肪族炭化水素基を意味し、具体的には例えば、シクロプロピル基、シクロブチル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が 挙げられ、好ましくはシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等である。
- [0054] 本明細書において使用する「C₁₋₆アルコキシ基」とは、前記定義「C₁₋₆アルキル基」の末端に酸素原子が結合した基であることを意味し、具体的には例えば、メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、イソブトキシ基、s ecーブトキシ基、tertーブトキシ基、nーペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、s ecーベンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、1ーメチルブトキシ基、2ーメチルブトキシ基、1,1ージメチルプロポキシ基、1,2ージメチルプロポキシ基、nーヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ基、1ーメチルペンチルオキシ基、2ーメチルペンチルオキシ基、2ーメチルペンチルオキシ基、3ーメチルペンチルオキシ基、1,2ージメチルブトキシ基、2,3ージメチルブトキシ基、2,3ージメチルブトキシ基、1,1,2ートリメチルブトキシ基、1,2,2ートリメチルプロポキシ基、1ーエチルー1ーメチルプロポキシ基、1ーエチルー2ーメチルプロポキシ基、1ーエチルー1ーメチルプロポキシ基、1ーエチルー2ーメチルプロポキシ基、nーブトキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、イソプトキシ基、xトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、イソプロポキシ基、secーブトキシ基、tertーブトキシ基等である。
- [0055] 本明細書において使用する「ヒドロキシ C_{1-6} アルキル基」とは、前記定義「 C_{1-6} アルキル基」中の任意の水素原子を、水酸基で置換した基を意味し、具体的には、ヒドロ

キシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、1ーヒドロキシーnープロピル基、2ーヒドロキシーnープロピル基、3ーヒドロキシーnープロピル基、1ーヒドロキシーイソプロピル基、3ーヒドロキシーイソプロピル基、3ーヒドロキシーイソプロピル基、3ーヒドロキシーイソプロピル基、3ーヒドロキシーイソプロピル基、1ーヒドロキシーナル基等が挙げられ、好ましくは、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基等である。

- [0056] 本明細書において使用する「C₁₋₆ アルコキシカルボニル基」とは、前記定義「C₁₋₆ アルコキシ基」の末端にカルボニル基が結合した基であることを意味し、具体的には 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル基 、イソプロポキシカルボニル基等が挙げられる。
- [0057] 本明細書において使用する「C₁₋₆アルコキシカルボニルC₁₋₆アルキル基」とは、前記定義「C₁₋₆アルコキシカルボニル基」の末端に、前記定義「C₁₋₆アルキル基」が結合した基であることを意味し、具体的には例えば、メトキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルエチル基、エトキシカルボニルエチル基等が挙げられる。
- [0058] 本明細書において使用する「C アリール基」とは、炭素数6~10の芳香族の炭化水素環式基をいい、具体的には例えば、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、インデニル基、アズレニル基、ヘプタレニル基等が挙げられ、好ましくはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基等である。
- [0059] 本明細書中において使用する「C₁₋₆アルコキシC₁₋₆アルキル基」とは、前記定義「C₁₋₆アルキル基」中の任意の水素原子を、前記定義「C₁₋₆アルコキシ基」で置換した基を意味し、具体的には例えば、メトキシメチル基、エトキシメチル基、nープロポキシメチル、メトキシエチル基、エトキシエチル基等が挙げられる。
- [0060] 本明細書において使用する「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子を意味する。
- [0061] 本明細書において使用する「ヘテロ原子」とは、窒素原子、硫黄原子または酸素原子を意味する。
- [0062] 本明細書において使用する「5もしくは6員のヘテロアリール環」とは、環を構成する原子の数が5もしくは6であり、環を構成する原子中に1から複数個のヘテロ原子を含

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678

12

有する芳香族の環を意味する。具体的には例えば、フラン環、チオフェン環、ピロール環、ピリジン環、ピラジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、トリアゾール環(1,2,3-トリアゾール環、1,2,4-トリアゾール環等)、テトラゾール環(例えば1H-テトラゾール環、2H-テトラゾール環等)、チアゾール環、ピラゾール環、オキサゾール環、イソ

オキサゾール環、イソチアゾール環、オキサジアゾール環、チアジアゾール環等が挙

げられる。

[0063] 本明細書において使用する「5もしくは6員ヘテロアリール基」とは、環を構成する原 子の数が5もしくは6であり、環を構成する原子中に1から複数個のヘテロ原子を含有 する芳香族の環から任意の位置の水素原子を1個除いて誘導される一価の基を意 味する。具体的には例えば、フリル基(例えば2-フリル基、3-フリル基等)、チエニ ル基(例えば2-チエニル基、3-チエニル基等)、ピロリル基(例えば1-ピロリル基 、2ーピロリル基、3ーピロリル基等)、ピリジル基(例えば2ーピリジル基、3ーピリジル 基、4-ピリジル基等)、ピラジニル基、ピリダジニル基(例えば3-ピリダジニル基、4 ーピリダジニル基等)、ピリミジニル基(例えば2ーピリミジニル基、4ーピリミジニル基、 5-ピリミジニル基等)、トリアゾリル基(例えば1,2,3-トリアゾリル基、1,2,4-トリ アゾリル基等)、テトラゾリル基(例えば1H-テトラゾリル基、2H-テトラゾリル基等)、 チアゾリル基(例えば2-チアゾリル基、4-チアゾリル基、5-チアゾリル基等)、ピラ ブリル基(例えば3-ピラブリル基、4-ピラブリル基等)、オキサブリル基(例えば2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基等)、イソオキサゾリル基(例 えば3-イソオキサゾリル基、4-イソオキサゾリル基、5-イソオキサゾリル基等)、イ ソチアゾリル基(例えば3-イソチアゾリル基、4-イソチアゾリル基、5-イソチアゾリ

[0064] 本明細書において使用する「5もしくは6員の非芳香族系へテロ環式基」とは、環を構成する原子の数が5もしくは6であり、環を構成する原子中に1から複数個のヘテロ原子を含有する非芳香族の環から任意の位置の水素原子を1個除いて誘導される一価の基を意味する。具体的には例えば、ピロリジニル基、ピペラジニル基、ピペリジェル基、モルホリニル基、テトラヒドロフリル基、テトラヒドロピラニル基等が挙げられる

ル基等)、オキサジアゾリル基、チアジアゾリル基等が挙げられる。

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678

- [0065] 本明細書中において使用する「ジC₁₋₆ アルキルアミノ基」とは、アミノ基中の2個の水素原子を、それぞれ同一のまたは異なる、前記定義「C₁₋₆ アルキル基」で置換した基を意味し、具体的には例えば、N, Nージメチルアミノ基、N, Nージエチルアミノ基、N, Nージーロープロピルアミノ基、N, Nージーイソプロピルアミノ基、N, Nージーのーブチルアミノ基、N, Nージーイソブチルアミノ基、N, Nージーsecーブチルアミノ基、N, Nージーをcーブチルアミノ基、N, Nージーをcーブチルアミノ基、NーロープロピルーNーメチルアミノ基、NーイソプロピルーNーメチルアミノ基、NーロープチルーNーメチルアミノ基、NーイソブチルーNーメチルアミノ基、Nーローブチルースチルアミノ基、NーイソブチルーNーメチルアミノ基、NーをcーブチルーNーメチルアミノ基、NーtertーブチルーNーメチルアミノ基等が挙げられ、好ましくはN, Nージメチルアミノ基、N, Nージエチルアミノ基、NーエチルーNーメチルアミノ基等である。
- [0066] 本明細書において使用する「置換基を1個または2個有していてもよい」とは、置換可能な部位に、任意に組み合わせて1または2個の置換基を有してもよいことを意味する。
- [0067] R^1 は、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルキルアミノ基、ヒドロキシ C_{1-6} アルキルアミノ基または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルカスを意味し、特に、水素原子、アミノ基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基が好ましく、該 C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基としては、メトキシメチル基が好ましい。
- [0068] R^2 は、水素原子、アミノ基、またはジC アルキルアミノ基を意味し、水素原子またはアミノ基が好ましい。
- [0069] XおよびYの一方は、窒素原子を、他方は、窒素原子または酸素原子を意味する。
- [0070] XおよびYを含む下式(II)
- [0071] [化16]

で表される部分構造は、下記に表されるような構造を有し、それぞれ左端が単結合を

介してピリジン環の3位に結合し、かつ、右端はメチレン基を介してA環に結合する場合が好ましい。

[0072] [化17]

例えば、式(III)の部分構造を有する場合は、本発明化合物の構造は下式のようになる。

[0073] [化18]

$$R^1$$
 R^2
 A
 z
 R^3

[0074] XおよびYは、その一方が窒素原子で、他方が酸素原子である場合、または、XおよびYとがともに窒素原子である場合が好ましく、XおよびYの一方が窒素原子で、他方が酸素原子である場合は、XおよびYを含む下式(II)

[0075] [化19]

で表される部分構造は、下式(III)もしくは(IV)に表されるような構造を有し、それぞれ左端が単結合を介してピリジン環の3位に結合し、かつ、右端はメチレン基を介してA環に結合する場合が好ましく、

[0076] [化20]

また、XおよびYとが、ともに窒素原子である場合は、XおよびYを含む下式(II) [0077] [化21]

で表される部分構造は、下式(V)もしくは(VI)に表されるような構造を有し、それぞれ左端が単結合を介してピリジン環の3位に結合し、かつ、右端はメチレン基を介してA環に結合する場合が好ましい。

[0078] [化22]

- [0079] 環Aは、ハロゲン原子もしくはC₁₋₆アルキル基を1個もしくは2個を有していてもよい、5もしくは6員のヘテロアリール環またはベンゼン環を意味し、ピリジン環、ベンゼン環、フラン環、チオフェン環、またはピロール環である場合が好ましく、さらに、ピリジン環、ベンゼン環、またはチオフェン環が好ましく、特に、ピリジン環またはベンゼン環が好ましい。
- [0080] Zは、単結合、メチレン基、エチレン基、酸素原子、硫黄原子、 $-CH_2O-$ 、 $-OCH_2O-$ 、 $-OCH_2O-$ 、 $-OCH_2O-$ 、 $-OCH_2O-$ 、 $-OCH_2O-$ 、 $-OCH_2O-$ 、または $-OCH_2O-$ 、なりまたは $-OCH_2O-$ 、または $-OCH_2O-$ 、なりまたな
- [0081] R^3 は、水素原子、ハロゲン原子、または、それぞれ置換基群 α から選ばれる置換 基を1個または2個有していてもよい、C アルキル基、C 3-8 シクロアルキル基、C 6-1 アリール基、または5もしくは6員環へテロアリール基を意味する。

「置換基群α]

ハロゲン原子、シアノ基、C アルキル基、C アルコキシ基、C アルコキシカルボニル基、C シクロアルキル基、C アルケニル基、およびC アルキニル基

- [0082] R³として好ましい基を例示すると、n-ブチル基、シクロプロピル基、フェニル基、フルオロフェニル基、フリル基、クロロフリル基、メチルフリル基、チエニル基、ブロモチエニル基、メチルチエニル基、ピリジル基、またはメチルピリジル基が挙げられ、特に、n-ブチル基、シクロプロピル基、フェニル基、フルオロフェニル基、ピリジル基、またはメチルピリジル基が好ましい。
- [0083] ZおよびR³は、それぞれ任意の組合せにより、環Aの置換基を構成することができる。そのように構成される環Aの置換基としてのR³-Z-の好ましい例を例示すると、フェノキシ基、ベンジルオキシ基、2-フルオローベンジルオキシ基、3-フルオローベンジルオキシ基、4-フルオローベンジルオキシ基、ピリジン-2-イルオキシメチル基、6-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル基、ピリジン-2-イルメトキシ基、6-メチルーピリジン-2-イルメトキシ基、4-メチルーピリジン-2-イルメトキシ基、ブトキシメチル基、またはシクロプロピルメトキシ基が挙げられる。
- [0084] 本発明における好ましい化合物は、
 - 3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン:

 - 3-(3-(4-(+))) (-2)
 - 3-(3-(4-(4-)3+) 2-(3-) 3-(3-(4-(4-)3+) 3-(3-) 3-(3-(4-(4-)3+) 2-(3-) 3-(3-) 3-(3-(4-)3+) 3-(3-) 3-(3-(4-)3+) 3-(3-)
 - 3-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン;
 - 3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン;
 - 3-(3-(4-))

- ーイル)ーピリジンー2,6ージアミン;
- $3-(3-(4-(6-)+\nu-)+3)-(3-(4-(6-)+\nu-)+3)-(3-(4-(6-)+\nu-)+3)-(3-(4-(6-)+\nu-)+3)-(3-(4-(6-)+\nu-)+3)-(3-(4-(6-)+\nu-)+3)-(3-(4-(6-)+\nu-)+3)-(3-(4-)+3)-($

- 3-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5- イル)-ピリジン-2, <math>6-ジアミン;
- 6-メトキシメチル-3-(3-(4-ピリジン-2-イルオキシメチル)ーベンジル)ー イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン;
- 3-(5-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-3-イル)-ピリジン-2-イルアミン;
- 3-(5-(4-(""")")")" 2-(""")" 2-("""")" 2-("""")" 2-("""")" 2-("""")" 2-("""")" 2-("""")" 2-("""")" 2-("""")" 2-("""")" 2-(""""")" 2-(""""")" 2-(""""")" 2-("""")" 2-(""""")" 2-(""""")" 2-(""""")" 2-(
- 3-(1-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン;
- 3-(1-(4-ベンジルオキシーベンジル)-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2, <math>6-ジアミン;
- 3-(1-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-1H-ピラゾールー4-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン;
 - 3-(1-(4-ブトキシメチルーベンジル)-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン

- -2, 6-ジアミン;
- 3-(3-(6-7x)+2-2) 3-(3-(6-7x
- $3-(3-(4-(5-7)\nu) + 2-7)(3-(4-(5-7)\nu) + 2-7)(3-(5-(5-7)\nu) + 2-7)($
- 3-(3-(4-(4-メチルーピリジン―2-イルオキシメチル)ーベンジル)ーイソキ サゾール―5-イル)ーピリジン―2-イルアミン;
- $3-(3-(4-(6-7)\nu) + 2-7)\nu + 3-(3-(4-(6-7)\nu) + 2-7)\nu + 3-(3-(4-(6-7)\nu) + 2-7)\nu + 2-7)\nu + 3-(3-(4-6)\nu) + 3-(3-(4-6)\nu) + 3-(4-6)\nu + 3-(4-6$

- 3-(3-(6-フェノキシメチルーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン;
- 3-(3-(4-(6-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソ キサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン;
- 3-(3-(6-(4-フルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-イルメチル)-イソ キサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン;
- 3-(3-(4-(5-2)-2)-2-4)ルメチル) -(3-(4-(5-2)-2)-2) (3-(4-(5-2)-2)-2) (4-(5-2)-2)
- 3-(3-(4-フェニルアミノメチル―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリ ジン―2-イルアミン:
- $3-(3-(4-(6-7)\nu) + 2-7) + 3-(3-(4-(6-7)\nu) + 2-7) + 3-(3-(4-6)\nu) + 3-(4-2)\nu +$
 - 3-(3-(4-(5-メチルーフラン-2-イルメチル) ベンジル) イソキサゾール

- -5-イル) -ピリジン-2, 6-ジアミン;
- 3-(3-(4-(4-)222-2-4)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-(4-)222-2)) 3-(3-(4-)222-2) 3-(3-(4-)222-2) 3
- 3-(3-(4-(6-2))-2)-2-4ルメトキシ)-4ンジル)-4ソキサゾール-5-4ル)-29ジン-29・6-ジアミン;
- 3-(3-(6-フェノキシメチルーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン;
- $3-(3-(4-(5-7)\nu) + 2-7) + 3-(3-(4-(5-7)\nu) + 3-(4-(5-7)\nu) +$
- 3-(3-(4-(6-フルオローピリジンー2-イルオキシメチル) ベンジル) イソ キサゾールー5-イル) - ピリジンー2, 6 - ジアミン;
- 3-(3-(1-ベンジルー1H-ピロール-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン;
- 3-(3-(6-(4-フルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン;
- 3-(3-(4-(5-2)-2)-2-4)ルメチル) -4ンジル) -4ソキサゾール -5-4ル) -6リジン-2, 6-6ジアミン;
- $3-(3-(4-7x=\mu r))$ $3-(4-7x=\mu r)$ $3-(4-7x=\mu r)$
- 3-(3-(4-(チアゾール-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン;
- - 6-メトキシメチル—3-(3-(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソ

キサゾール―5ーイル)ーピリジン―2ーイルアミン:

6-メチル―3-(3-(4―ピリジン―2-イルオキシメチル)ーベンジル)ーイソキサ ゾール―5-イル)ーピリジン―2-イルアミン;

- 5-(3-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサゾール-5 -イル)-ピリジン-2-イルアミン;
- 3-(1-(4-(ピリジン―2-イルメトキシ)-ベンジル)-1H-ピラゾール―4-イル)-ピリジン―2-イルアミン;
- 3-(3-(4-(ピリジン―2-イルオキシメチル)ーベンジル)ーイソキサゾール―5 -イル)ーピリジン;

等である。

- [0085] 本明細書において使用する「塩」としては、例えば、無機酸との塩、有機酸との塩、 酸性アミノ酸との塩等が挙げられ、中でも薬理学的に許容される塩が好ましい。そして、本発明に係る化合物の塩にはその塩の無水物と水和物等のその塩の溶媒和物 とが包含される。
- [0086] 無機酸との塩の好ましい例としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸等との塩が挙げられ、有機酸との塩の好ましい例としては、例えば酢酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、酒石酸、クエン酸、乳酸、ステアリン酸、安息香酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、カートルエンスルホン酸等との塩が挙げられる。
- [0087] 酸性アミノ酸との塩の好ましい例としては、例えば、アスパラギン酸、グルタミン酸等との塩が挙げられ、塩基性アミノ酸との塩の好ましい例としては、例えば、アルギニン、リジン、オルニチン等との塩が挙げられる。
- [0088] 本明細書において使用する「抗真菌剤」は、真菌感染症の予防剤および/または治療剤を意味する。
- [0089] 本発明に係る化合物もしくはその塩またはそれらの水和物は、慣用されている方法により錠剤、散剤、細粒剤、顆粒剤、被覆錠剤、カプセル剤、シロップ剤、トローチ剤、吸入剤、坐剤、注射剤、軟膏剤、眼軟膏剤、テープ剤、点眼剤、点鼻剤、点耳剤、パップ剤、ローション剤等として製剤化することができる。
- [0090] 製剤化には通常用いられる賦形剤、結合剤、滑沢剤、着色剤、矯味矯臭剤や、お

よび必要により安定化剤、乳化剤、吸収促進剤、界面活性剤、pH調整剤、防腐剤、 抗酸化剤等を使用することができ、一般に医薬品製剤の原料として用いられる成分 を配合して常法により製剤化される。例えば経口製剤を製造するには、本発明に係 る化合物またはその薬理学的に許容される塩と賦形剤、さらに必要に応じて結合剤 、崩壊剤、滑沢剤、着色剤、矯味矯臭剤等を加えた後、常法により散剤、細粒剤、顆 粒剤、錠剤、被覆錠剤、カプセル剤等とする。

これらの成分としては例えば、大豆油、牛脂、合成グリセライド等の動植物油:例え ば、流動パラフィン、スクワラン、固形パラフィン等の炭化水素:例えば、ミリスチン酸 オクチルドデシル、ミリスチン酸イソプロピル等のエステル油:例えば、セトステアリル アルコール、ベヘニルアルコール等の高級アルコール;シリコン樹脂;シリコン油;例 えば、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂 肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬 化ひまし油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー等の界面活 性剤;例えば、ヒドロキシエチルセルロース、ポリアクリル酸、カルボキシビニルポリマ ー、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン、メチルセルロース等の水溶性高分 子:例えば、エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール:例えば、グリセリン、 プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ソルビトール等の多価アルコール:例 えば、グルコース、ショ糖等の糖:例えば、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウムマグネシウ ム、ケイ酸アルミニウム等の無機粉体、精製水等があげられる。賦形剤としては、例え ば、乳糖、コーンスターチ、白糖、ブドウ糖、マンニトール、ソルビット、結晶セルロー ス、二酸化ケイ素等が、結合剤としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニル エーテル、メチルセルロース、エチルセルロース、アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、 シェラック、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビ ニルピロリドン、ポリプロピレングリコール・ポリオキシエチレン・ブロックポリマー、メグ ルミン等が、崩壊剤としては、例えば、澱粉、寒天、ゼラチン末、結晶セルロース、炭 酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、クエン酸カルシウム、デキストリン、ペクチン、カル ボキシメチルセルロース・カルシウム等が、滑沢剤としては、例えば、ステアリン酸マグ ネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ、硬化植物油等が、着色剤としては

医薬品に添加することが許可されているものが、矯味矯臭剤としては、例えば、ココア 末、ハッカ脳、芳香散、ハッカ油、竜脳、桂皮末等が用いられる。これらの錠剤・顆粒 剤には糖衣、その他、必要により適宜コーティングすることはもちろん差支えない。ま た、シロップ剤や注射用製剤等の液剤を製造する際には、本発明に係る化合物また はその薬理学的に許容される塩にpH調整剤、溶解剤、等張化剤等と、必要に応じ て溶解補助剤、安定化剤等を加えて、常法により製剤化する。外用剤を製造する際 の方法は限定されず、常法により製造することができる。すなわち、製剤化にあたり使 用する基剤原料としては、医薬品、医薬部外品、化粧品等に通常使用される各種原 料を用いることが可能である。使用する基剤原料として具体的には、例えば、動植物 油、鉱物油、エステル油、ワックス類、高級アルコール類、脂肪酸類、シリコン油、界 面活性剤、リン脂質類、アルコール類、多価アルコール類、水溶性高分子類、粘土 鉱物類、精製水等の原料が挙げられ、さらに必要に応じ、例えば、pH調整剤、抗酸 化剤、キレート剤、防腐防黴剤、着色料、香料等を添加することができるが、本発明 に係る外用剤の基剤原料はこれらに限定されない。また、必要に応じて分化誘導作 用を有する成分、血流促進剤、殺菌剤、消炎剤、細胞賦活剤、ビタミン類、アミノ酸、 保湿剤、角質溶解剤等の成分を配合することもできる。なお、上記基剤原料の添加 量は、通常外用剤の製造にあたり設定される濃度になる量である。

- [0091] 本発明化合物またはその塩を投与する場合、その形態は特に限定されず、通常用いられる方法により経口投与でも非経口投与でもよい。例えば錠剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤、シロップ剤、トローチ剤、吸入剤、坐剤、注射剤、軟膏剤、眼軟膏剤、テープ剤、点眼剤、点鼻剤、点耳剤、パップ剤、ローション剤等の剤として製剤化し、投与することができる。
- [0092] 本発明に係る医薬の投与量は、症状の程度、年齢、性別、体重、投与形態・塩の 種類、疾患の具体的な種類等に応じて適宜選ぶことができる。
- [0093] 投与量は患者の、疾患の種類、症状の程度、患者の年齢、性差、薬剤に対する感受性差等により著しく異なるが、経口剤の場合は、通常成人として1日あたり、1-10 000mg、好ましくは10-2000mgを1日1-数回に分けて投与する。注射剤の場合は、通常成人として1日あたり、通常0.1mg-10000mgであり、好ましくは1mg-2

000mgである。

[0094] [一般合成方法]

本発明に係る、式(I)で表される化合物(以下、化合物(I)という。)の製造法について述べる。本発明に係る化合物は、通常の有機合成手段を用いて合成することができるが、例えば化合物(I)のうち、以下の式(1a)、式(2a)、式(3a)、式(4a)、式(5a)、式(6a-1)、式(6a-3)、式(7a)、式(8a)、式(9a)および式(10a)で示される化合物(以下、それぞれ化合物(1a)、化合物(2a)、化合物(3a)、化合物(4a)、化合物(5a)、化合物(6a-1)、化合物(6a-3)、化合物(7a)、化合物(8a)、化合物(9a)および化合物(10a)という。)は、以下の[製造方法1]ないし[製造方法10]等に示す方法により合成することができる。

[0095] [製造方法1]化合物(1a)の代表的製造方法

[0096] [化23]

[式中、環A、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 およびZは前記定義と同意義を意味する。] 「製造方法1-1] 化合物 (1a) の製造方法

[0097] [化24]

$$R^1$$
 R^2 R^3 R^3 R^4 R^3 R^4 R^2 R^3 R^4 R^2 R^3 R^4 R^4

[0098] 〔式中、環A、 R^1 、 R^2 、 R^3 およびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1b)は、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造することもできる。さらに、実施例中の製造例または[製造方法1-2-1]等に記載の方法を用いて製造することもできる。

化合物(1c)は、市販品から公知の方法で製造することもできる。さらに、実施例中の製造例または「製造方法1-3-1]等に記載の方法を用いて製造することもできる

[0099] [工程1]

本工程は、化合物(1b)と化合物(1c)を塩基存在下で反応させて化合物(1a)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、水、塩化メチレン、クロロホルム、酢酸エチル、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。本反応に用いる塩基としてはトリエチルアミン、N, Nージイソプロピルエチルアミン、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウムなどを用いることができる。化合物(1c)は化合物(1b)に対して1当量から3当量用いることができ、好ましくは1当量から2当量用いる。塩基は化合物(1c)に対して1当量から3当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0100] [製造方法1-2-1]化合物(1b)の製造方法-1

[0101] [化25]

$$R^{1} \xrightarrow{\text{Rep1-1}} R^{1} \xrightarrow{\text{Sl} \to R^{5}} R^{5} \xrightarrow{\text{[step1-2]}} R^{1} \xrightarrow{\text{N} \to R^{2}} R^{2}$$

$$(1b-1) \qquad (1b-2) \qquad (1b)$$

[0102] 〔式中、 R^1 および R^2 は前記定義と同意義を意味し、Halはハロゲン原子を意味し、 R^5 および R^6 はそれぞれ独立してC アルキル基を意味する。〕

化合物(1b-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で 製造することもできる。

[0103] [工程1-1]

本工程は、化合物(1b-1)とエチニルシラン誘導体とを反応させて化合物(1b-2)を得る工程である。パラジウム触媒、塩基、銅触媒の存在下、化合物(1b-1)をエチニルシラン誘導体と反応させることにより化合物(1b-2)を得ることができる。良好な結果を得るため、ホスフィン配位子を添加してもよい。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、

特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサンなどのエーテル系

溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、アセ トニトリル、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。 エチニルシラン誘導体としては、例えば、トリメチルシリルアセチレン、トリエチルシリル アセチレン、トリイソプロピルシリルアセチレン、tーブチルジメチルシリルアセチレンな どを用いることができる。パラジウム触媒としては、例えば、パラジウム(II)アセテート、 テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)、ジクロロビス(トリーoートリルホスフィン)パラジウム(II)、ビス(トリーt ーブチルホスフィン)パラジウム(0)、またはトリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウ ム(0)などを用いることができる。塩基としては、例えば、トリエチルアミン、N, N-ジ イソプロピルエチルアミン、またはピリジンなどを用いることができる。ホスフィン配位子 としては、トリフェニルホスフィン、トリーoートリルホスフィン、トリーt-ブチルホスフィン 、などを用いることができる。本反応は銅触媒を加えて行うこともできる。銅触媒として は、銅、ヨウ化銅(I)、臭化銅(I)、塩化銅(I)、などを用いることができる。エチニルシ ラン誘導体は化合物(1b-1)に対して1当量から5当量用いる。パラジウム触媒は化 合物(1b-1)に対して0.01当量から0.3当量用いる。塩基は化合物(1b-1)に対 して2当量から5当量用いる。ホスフィン配位子は化合物(1b-1)に対して0.01当 量から1.2当量用いる。銅触媒は化合物(1b-1)に対して0.001当量から0.3当 量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は30分間から24時間で

[0104] 「工程1-2]

ある。

本工程は、化合物(1b-2)を塩基と反応させることにより化合物(1b)を得る工程で ある。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、 反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジ エチルエーテルなどのエーテル系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系 溶媒、N. N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、アセ トニトリル、ジメチルスルホキシド、水、またはこれらの混合溶媒などを用いることがで きる。塩基としては、例えば、炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、テトラブチルアンモニウ

ムフルオリド、フッ化カリウム、フッ化セシウムなどを用いることができる。塩基は化合物(1b-2)に対して0.05当量から10当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は5分間から24時間である。

[0105] [製造方法1-2-2]化合物(1b)の製造方法-2

[0106] [化26]

[0107] 〔式中、 R^1 および R^2 は前記定義と同意義を意味し、 R^7 は C_{1-6} アルキル基を意味する。〕

化合物(1b-3)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0108] 「工程1-3]

本工程は、酸の存在下、化合物 (1b-3) をエステル化して化合物 (1b-4) を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒が好ましい。酸としては硫酸、塩酸、臭化水素酸などを用いることができる。酸は化合物 (1b-3) に対して触媒量から溶媒量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は1時間から72時間である。

また、以下の別法(1)、(2)、または(3)に記載の方法で、化合物(1b-3)から化合物(1b-4)を得ることができる。

[0109] 別法(1):化合物(1b-4)は、ジアゾメタンあるいはトリメチルシリルジアゾメタンを用いて化合物(1b-3)をメチルエステルに変換して得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、塩化メチレン、ヘキサン、またはこれらの混合溶媒などを用

いることができる。ジアゾメタンあるいはトリメチルシリルジアゾメタンは、化合物(1b-3)に対して1当量から2当量用いる。反応温度は0℃から室温であり、反応時間は10分間から24時間である。

- [0110] 別法(2):塩基存在下、アルキル化剤を用いて化合物(1b-3)を化合物(1b-4) に変換することができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの 芳香族炭化水素系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなど のアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、水、アセトン、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。 本反応にはテトラブチルアンモニウム ブロミドなどの相間移動触媒を加えることもできる。 本反応に用いる塩基としては水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、フッ化セシウムなどを用いることができる。 アルキル化 剤としては、ヨードメタン、ヨードエタン、ジメチル硫酸などを用いることができる。 塩基は化合物(1b-3)に対して1当量から1.5当量用いる。アルキル化剤は化合物(1b-3)に対して1当量から2当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は1時間から72時間である。
- [0111] 別法(3):ハロゲン化剤を用いて化合物(1b-3)を酸塩化物とし、次いでアルコールを加えることにより化合物(1b-4)に変換することができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、アセトニトリル、塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。またハロゲン化剤を溶媒として用いることもできる。本反応には触媒量のベンジルトリエチルアンモニウムクロリドなどの相間移動触媒、あるいはピリジンを加えることもできる。ハロゲン化剤としては塩化チオニル、五塩化リンなどを用いることができる。アルコールとしてはメタノール、エタノールなどを用いることができる。ハロゲン化剤は化合物(1b-3)に対して1当量から20当量用いる。アルコールは化合物

28

(1b-3)に対して1当量から20当量用いる。酸塩化物への変換の際の反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。アルコールを反応させる際の反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。また、本反応はアルコールを溶媒として用いることもできる。この場合、溶媒と化合物(1b-3)の混合物にハロゲン化剤を加えて化合物(1b-4)を得ることができる。反応温度は0℃から室温であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0112] [工程1-4]

本工程は、化合物(1b-4)を還元して化合物(1b-5)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフランを用いるのが好ましい。本反応に用いる還元剤としては水素化アルミニウムリチウム、水素化アルミニウムリチウムー塩化アルミニウム(水素化アルミニウムリチウムに対して塩化アルミニウムは1当量から1.5当量用いる)、リチウムボロハイドライドなどを用いることができる。還元剤は化合物(1b-4)に対して0.5当量から4当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

[0113] [工程1-5]

本工程は、化合物(1b-5)を酸化して化合物(1b-6)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、塩化メチレン、アセトン、ヘキサン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。本反応に用いる酸化剤としては、二酸化マンガン、クロロクロム酸ピリジニウム、ニクロム酸ピリジニウム、ジメチルスルホキシドー活性化剤、テトラプロピルアンモニウム パールテネート、ジクロロトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)、1、1、1・トリス(アセチルオキシ)ー1、1・ジヒドロー1、2・ベンズヨードキソールー3ー(1H)ーオン(DessーMartin パーヨージナン)、などを用いることができる。酸化剤は化合物(1b-5)に対して触媒量から20当量用いる。ジメチルスルホキシドー活性化剤による酸化の場合、活性化剤としては、無水酢酸あるい

はトリフルオロ酢酸無水物などの酸無水物、オキザリルクロリド、塩化チオニルなどの酸塩化物、塩素、N-クロロスクシニミドなどを用いることができる。ジメチルスルホキシドは活性化剤に対して1当量から20当量を用いる。テトラプロピルアンモニウムパールテネートあるいはジクロロトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)を触媒量で用いる場合、N-メチルモルホリン-N-オキシドあるいはビス(トリメチルシリル)パーオキシドなどの酸化剤を同時に用いることができる。反応温度は-78℃から還流温度であり、反応時間は10分間から72時間である。

[0114] [工程1-6]

本工程は、化合物(1b-6)を塩基存在下、ジアゾ化合物を用いて化合物(1b)を 得る工程である。本反応に用いるジアゾ化合物としては、トリメチルシリルジアゾメタン 、(1-ジアゾ-2-オキソプロピル)-ホスホリック アシッド ジメチルエステル、ジア ゾメチルホスホリック アシッド ジメチルエステル、などを用いることができる。本反応 に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害 しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテ ルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、メタノ ール、エタノールなどアルコール系溶媒、塩化メチレン、ヘキサン、またはこれらの混 合溶媒などを用いることができる。ジアゾ化合物としてトリメチルシリルジアゾメタンを 用いる場合は、nーブチルリチウムあるいはリチウム ジイソプロピルアミドなどを塩基 として用いることができる。 ジアゾ化合物として(1ージアゾー2ーオキソプロピル)ーホ スホリック アシッド ジメチルエステルあるいはジアゾメチルホスホリック アシッド ジ メチルエステルなどのリン酸エステル誘導体を用いる場合は、塩基として、炭酸カリウ ムあるいはカリウム tーブトキシドなどを用いることができる。ジアゾ化合物は化合物(1b-6)に対して1当量から1.5当量用いる。塩基は化合物(1b-6)に対して1当量 から2当量用いる。反応温度は-78℃から室温であり、反応時間は10分間から24時 間である。

また、以下の別法(1)に記載の方法で、化合物(1b-6)から化合物(1b)を得ることができる。

[0115] 別法(1):化合物(1b-6)を塩基存在下ジハロアルケンとし、次いで塩基と反応さ

せて化合物(1b)を得ることができる。

ジハロアルケンの合成:本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えばテトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ヘキサン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。化合物(1b-6)をジハロアルケンに変換する試薬としては、(ジクロロメチル)ーホスホリック アシッド ジメチルエステル、ジブロモメチルトリフェニルホスホニウム ブロミド(Tetrahedron Letters, Vol. 40, No. 49, 8575-8578.)、などを用いることができる。本反応に用いる塩基としてはリチウム ジイソプロピルアミドあるいはカリウム tーブトキシド、などを用いることができる。ジハロアルケンに変換する試薬は化合物(1b-6)に対して1当量から1.5当量用いる。塩基は化合物(1b-6)に対して1当量から2当量用いる。反応温度は一78℃から室温であり、反応時間は10分間から24時間である。

- [0116] また、ジハロアルケンの合成法として、カーボン テトラブロミドを用いた以下の別法もある。化合物(1b-6)をカーボン テトラブロミドおよびトリフェニルホスフィンと反応させてジハロアルケンを得ることができる。本反応には亜鉛を加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフランや塩化メチレンを用いることが好ましい。カーボン テトラブロミドは化合物(1b-6)に対して1当量から2当量用いることができる。トリフェニルホスフィンは化合物(1b-6)に対して2当量から4当量用いることができる。亜鉛はカーボン テトラブロミドに対して1当量用いることができる。反応温度は0℃から室温であり、反応時間は10分間から12時間である。
- [0117] ジハロアルケンから化合物(1b)の合成:本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ヘキサン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。本反応に用いる塩基としては、nーブチルリチウム、tーブチルリチウム、カリウム tーブトキシドなどを用いることができる。塩基はジハロアルケンに対して2当

量から3当量用いる。反応温度は-78℃から室温であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0118] [製造方法1-2-3]化合物(1b-3)の製造方法

[0119] [化27]

WO 2007/052615

[0120] 〔式中、 R^2 およびHalは前記定義と同意義を意味し、 R^8 は C_{1-6} アルキル基を意味する。〕

化合物(1b-7)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法(例えば、WO2005/033079 A1, 85-86ページ等)で製造することもできる。

[0121] 「工程1-7]

本工程は、化合物(1b-7)を塩基存在下、アルコールと反応させて化合物(1b-8)を得る工程である。本工程は[工程1-39]あるいは、Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 46, No. 5, 702-715などを参考にして行うことができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、ナトリウム ハイドライド、カリウム tーブトキシド、カリウム ヘキサメチルジシラジドなどを用いることができる。本反応は銅触媒を加えて行うこともできる。銅触媒としては、銅、ヨウ化銅(I)、臭化銅(I)、塩化銅(I)、などを用いることができる。塩基は化合物(1b-7)に対して1当量から20当量用いることができる。アルコールは化合物(1b-7)に対して1当量から20当量用いることができる。の応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は30分間から48時間である。

[0122] 「製造方法1-2-4]化合物(1b-4)の製造方法-1

[0123] [化28]

[0124] 〔式中、 R^2 、 R^7 およびHalは前記定義と同意義を意味し、 R^9 は $C_{_{1-6}}$ アルキル基を意味する。〕

化合物(1b-9)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(1b-9-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法(例えば、WO2005/033079 A1, 82-84ページ.等)で製造することができる。

[0125] 「工程1-8]

本工程は、化合物(1b-9)を、パラジウム触媒存在下、化合物(1b-9-1)を反応 させて化合物(1b-10)を得る工程である。良好な結果を得るため、ホスフィン配位 子を加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解す るものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1 , 4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシレンなどの 芳香族炭化水素系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなど のアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることが できる。パラジウム触媒としては、パラジウム(II)アセテート、トリス(ジベンジリデンア セトン)ジパラジウム(O)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)、ジクロ ロビス(トリーoートリルホスフィン)パラジウム(II)、ビス(トリーtーブチルホスフィン)パ ラジウム(0)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、1、1'ービス(ジフェ ニルホスフィノフェロセン) ジクロロパラジウム(II)などを用いることができる。 ホスフィン 配位子としては、トリフェニルホスフィン、トリーoートリルホスフィン、トリーtーブチルホ スフィン、ジフェニルホスフィノフェロセンなどを用いることができる。 化合物 (1b-9-1)は化合物(1b-9)に対して1当量から3当量用いる。パラジウム触媒は化合物(1b -9)に対して0.01当量から0.3当量用いる。ホスフィン配位子は化合物(1b-9) に対して0.01当量から1.2当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反

応時間は10分間から24時間である。

[0126] [製造方法1-2-5]化合物(1b-4)の製造方法-2

[0127] [化29]

[0128] 〔式中、Hal、 R^2 および R^7 は前記定義と同意義を意味し、 R^{10} および R^{11} はそれぞれ独立して C_{1-6} アルキル基を意味する。〕化合物(1b-9)、化合物(1b-9-2)は、市販品をそのまま用いることができ、また市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0129] [工程1-9]

本工程は、化合物 (1b-9) にパラジウム触媒存在下、化合物 (1b-9-2) を反応させてアルキル化して化合物 (1b-11) を得る工程である。 [工程1-8] と同様の方法で化合物 (1b-11) を製造することができる。

[0130] [製造方法1-2-6]化合物(1b-5)の製造方法

[0131] [化30]

[0132] 〔式中、 R^1 および R^2 は前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1b-3)は、市販品をそのまま用いることができ、また市販品から公知の方法で製造することもできる。

「0133] 「工程1-10]

本工程は、化合物(1b-3)を還元して化合物(1b-5)を得る工程である。[工程1-4]と同様の方法で化合物(1b-5)を製造することができる。

[0134] [製造方法1-2-7]ピリジン環のハロゲン修飾体の製造方法

[0135] [化31]

[0136] 〔式中、 R^1 、 R^2 およびHalは前記定義と同意義を意味する。 R^{12} は水素原子、ヒドロキ

シ基、 $OR^7(R^7$ は前記定義と同意義を意味する)を意味する。]

化合物(1b-12)は、市販品をそのまま用いることができ、また市販品から公知の 方法で製造することもできる。

[0137] [工程1-11]

本工程は、化合物(1b-12)のピリジン環上の水素原子をハロゲン原子に置換して化合物(1b-13)を得る工程である。本工程は、例えば、European Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 12, No. 6, 531-536, あるいは、Journal of Organic Chemistry, Vol. 49, No. 26, 5237-5243などを参考にして行うことができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、クロロホルム、ジクロロメタンなどのハロゲン系溶媒、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、酢酸、塩化水素水溶液などの酸溶媒、ジメチルスルホキシド、アセトニトリルまたはこれらの混合溶媒などを用いることができる。ハロゲン化試薬としては、Nークロロスクシニミド、Nーブロモスクシニミド、塩素、臭素を用いることができる。ハロゲン化試薬は、化合物(1b-12)に対して、1.0当量から1.5当量であり、反応温度は室温から50℃、反応時間は5分から24時間である。

[0138] 「製造方法1-2-8]化合物(1b-6)の製造方法

[0139] [化32]

$$O = \begin{bmatrix} O & P^{T} & O & P^{T} \\ Step 1-12 \end{bmatrix} = O = \begin{bmatrix} O & P^{T} \\ Step 1-13 \end{bmatrix} = O = \begin{bmatrix} O & P^{T} \\ Step 1-14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O$$

[0140] 〔式中、 R^2 および R^7 は前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1b-14)は、[製造方法1-2-4]に記載の方法を用いて製造することができる。

[0141] 「工程1-12]

本工程は、化合物(1b-14)を還元して化合物(1b-15)を得る工程である。[工程1-4]と同様の方法で化合物(1b-15)を製造することができる。

[0142] 「工程1-13]

本工程は、化合物(1b-15)を酸化して化合物(1b-16)を得る工程である。[工程1-5]と同様の方法で化合物(1b-16)を製造することができる。

[0143] 「工程1-14]

本工程は、化合物(1b-16)をボロン トリブロミドと反応させ化合物(1b-17)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。ボロン トリブロミドは化合物(1b-16)に対して1当量から5当量用いることができ、好ましくは3当量用いる。反応温度は-20℃から室温であり、好ましくは0℃である。反応時間は10分間から24時間である。

[0144] [製造方法1-3-1]化合物(1c)の製造方法-1

[0145] [化33]

[0146] 〔式中、環A、 R^3 、ZおよびHalは前記定義と同意義を意味し、 R^{13} および R^{13} は C_{1-6} アルキル基あるいは架橋して $-(CH_2)$ - を意味する。nは2あるいは3を意味する。 R^{14} は水素原子、ナトリウム原子、カリウム原子およびリチウム原子を意味する。〕

上記工程図中の各化合物は、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造することもできる。また、実施例中の製造例に記載の方法および[製造方法1-3-1]ないし[製造方法1-3-23]に記載の方法を用いて製造することができる。

[0147] [工程1-15]

WO 2007/052615

本工程は、化合物(1c-1)のハロゲン原子を金属原子に置換して有機金属化合 物とした後、ホルミル化試薬を作用させて化合物(1c-6)を得る工程である。本反応 に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害 しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなど のエーテル系溶媒が好ましい。有機金属化合物としては、nーブチルリチウム、sーブ チルリチウム、tーブチルリチウム、リチウム ジイソプロピルアミド、などの塩基を作用 させて得られる有機リチウム化合物、あるいは、金属マグネシウム、エチルマグネシウ ム ブロミドやイソプロピルマグネシウム クロリドなどを作用させて得られるグリニヤー ル試薬などがある。金属マグネシウムを用いてグリニヤール試薬を調製する際には触 媒量のヨウ素やジブロモエタンなどを加えてもよい。有機リチウム化合物を調製する 温度は−78℃から室温であり好ましくは−78℃から−40℃であり、塩基は化合物(1 c-1)に対して1当量から1.5当量を使用し、反応時間は30分間から24時間である 。金属マグネシウムを用いてグリニヤール試薬を調製する温度は室温から溶媒の還 流温度であり、金属マグネシウムは化合物(1c-1)に対して1当量から2当量を使用 し、反応時間は30分間から12時間である。エチルマグネシウム ブロミドやイソプロピ ルマグネシウム ブロミドを用いてグリニヤール試薬を調製する温度は−60℃から還 流温度であり、エチルマグネシウム ブロミドやイソプロピルマグネシウム クロリドは化 合物(1c-1)に対して1当量から1.6当量を使用し、反応時間は5分間から12時間 である。ホルミル化試薬としてはジメチルホルムアミド、N-ホルミルピペリジン、N-ホルミルモルホリン、Nーメチルホルムアニリドなどを用いることができる。 有機金属化 合物に対してホルミル化試薬を1当量から20当量使用してもよく、好ましくは1当量か ら2当量を使用する。有機金属化合物とホルミル化試薬を反応させる温度は有機リチ ウム化合物の場合は-78℃から室温であり反応時間は5分間から6時間であり、グリ ニヤール試薬の場合反応温度は-78℃から溶媒の環流温度であり、反応時間は5 分間から24時間である。

「0148] 「工程1-16]

本工程は、化合物(1c-2)のアセタールに酸を作用させて脱保護して化合物(1c

-6)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、水またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。用いる酸としては、塩酸、硫酸、臭化水素酸などの無機酸、クエン酸、トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸などの有機酸などを用いることができる。酸は化合物(1c-2)に対して触媒量から過剰量用い、反応温度は0℃から溶媒の還流温度であり、反応時間は5分間から24時間である。

[0149] 「工程1-17]

本工程は、化合物(1c-3)を酸化して化合物(1c-6)を得る工程である。[工程1-5]と同様の方法で化合物(1c-6)を製造することができる。

[0150] 「工程1-18]

本工程は、化合物(1c-4)を還元して化合物(1c-6)を得る工程である。 水素化ジイソブチルアルミニウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水素化ト リエトキシアルミニウムリチウム等の還元剤を用いて還元反応を行うことにより、化合物 (1c-6)を得ることができる。使用される溶媒は限定されないが、還元剤を用いて行 う還元反応の場合には、トルエン等の炭化水素類、テトラヒドロフラン等のエーテル類 が使用される。還元剤は化合物(1c-4)に対して1当量から2当量を用いる。反応温 度は-78℃から室温であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0151] [工程1-19]

本工程は、化合物(1c-4)を還元して化合物(1c-5)を得る工程である。 水素化アルミニウムリチウム、水素化ジイソブチルアルミニウム等の還元剤を用いて 還元反応を行うか、水素雰囲気下ラネーニッケルまたはパラジウムー炭素等の触媒 を用いる接触水素化を行うことにより、化合物(1c-5)を得ることができる。使用され る溶媒は限定されないが、還元剤を用いて還元反応を行う場合にはテトラヒドロフラン 、ジエチルエーテル等のエーテル類、トルエン等の炭化水素類が好ましく、接触水素 化を行う場合にはメタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール類が好ましい。還元剤は化合物(1c-4)に対して1当量から10当量用いる。反応温度は特に限定されないが、還元剤を用いて還元反応を行なう場合、-78℃から溶媒の還流温度であり、接触水素化を行なう場合、室温から溶媒の還流温度である。反応時間は10分間から24時間である。接触水素化を行う場合の反応気圧は1気圧から4気圧である。また、接触水素化を行うときの触媒は触媒量から過剰量用いる。

[0152] 「工程1-20]

本工程は、化合物(1c-5)のアミノ基を、亜硝酸ナトリウムおよび酢酸を作用させてアセトキシ基に変換した後、塩基を用いて加水分解することにより化合物(1c-3)を得る工程である。

アセトキシ化反応:本反応に用いる溶媒としては、酢酸と水の混合溶媒が好ましい。 より好ましくは、酢酸と水の割合は1対5から5対1である。亜硝酸ナトリウムは化合物(1c-5)に対して1から20当量使用する。反応温度は0℃から室温であり、反応時間 は1時間から12時間である。

[0153] 加水分解反応:本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、水、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウムなどを用いることができる。反応温度は0℃から60℃であり、さらに好ましくは20℃から40℃であり、反応時間は30分間から12時間である。

また、以下の別法(1)に記載の方法で、化合物(1c-5)から化合物(1c-3)を得ることができる。

[0154] 別法(1):本工程は、化合物(1c-5)を強塩基性下で加熱して、化合物(1c-3)を 得る工程である。溶媒としてはジエチレングリコールが好ましく、塩基としては水酸化 カリウムが好ましい。水酸化カリウムは化合物(1c-5)に対して5当量から30当量を 用い、反応温度は150℃から230℃であり、反応時間は1時間から12時間である。な お反応中は不活性ガスで反応容器内を置換することが好ましい。

[0155] [工程1-21]

本工程は、化合物(1c-6)を、塩基存在下でニトロメタンと反応させて、化合物(1c-7)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、などを用いることができる。本反応に用いる塩基としては、例えば、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、n-ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、カリウムt-ブトキシド、などを用いることができる。ニトロメタンは化合物(1c-6)に対して1当量から20当量用いることができる。塩基は化合物(1c-6)に対して1当量から2当量用いる。反応温度は-78℃から還流温度であり、反応時間は5分間から48時間である。

[0156] [工程1-22]

本工程は、化合物(1c-7)の水酸基を、塩基存在下でエステル化し、続いて系内で脱離させて化合物(1c-8)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、塩化メチレン、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。本反応に用いる塩基としてはトリエチルアミン、N, N-ジイソプロピルエチルアミンなどを用いることができる。エステル化剤としては、無水酢酸、メタンスルホニルクロリド、p-トルエンスルホニルクロリドなどを用いることができる。塩基は化合物(1c-7)に対して1.0当量から4.0当量用いる。エステル化剤は化合物(1c-7)に対して1.0当量から2.0当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は30分間から24時間である。

また、以下の別法(1)に記載の方法で、化合物(1c-7)から化合物(1c-8)を得ることができる。

[0157] 別法(1):化合物(1c-7)を、酢酸塩の存在下、酢酸溶媒中で脱水させることによ

り化合物(1c-8)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては酢酸を用いるが、 メタノールやテトラヒドロフランなどと酢酸との混合溶媒を用いることもできる。酢酸塩と しては、酢酸アンモニウム、エチレンジアミン 二酢酸塩、などを用いることができる。 酢酸塩は化合物(1c-7)に対して1当量から20当量用いる。反応温度は室温から 還流温度であり、反応時間は30分間から72時間である。

[0158] 「工程1-23]

本工程は、化合物(1c-6)を塩基存在下でニトロメタンと反応させ、次いで反応系内に酸を加えて脱水し化合物(1c-8)を得る工程である。

本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、水、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。本反応に用いる塩基としては、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、nーブチルリチウム、リチウム ジイソプロピルアミド、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、カリウム tーブトキシドなどを用いることができる。本反応に用いる酸としては、塩酸、硫酸、酢酸などを用いることができる。ニトロメタンは化合物(1c-6)に対して1当量から20当量用いる。塩基は化合物(1c-6)に対して1当量から2当量用いる。塩基は化合物(1c-6)に対して1当量から2当量用いる。塩基はの反応における反応温度は一78℃から還流温度であり、反応時間は5分間から48時間である。脱水反応における反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は5分間から48時間である。

また、以下の別法(1)に記載の方法で、化合物(1c-6)から化合物(1c-8)を得ることができる。

[0159] 別法(1):化合物(1c-6)を酢酸塩の存在下ニトロメタンと反応させて、化合物(1c-8)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、酢酸を用いるが、メタノールやテトラヒドロフランなどとの混合溶媒として用いることもできる。本反応に用いる酢酸塩としては、酢酸アンモニウム、エチレンジアミン 二酢酸塩、など用いることができる。ニトロメタンは化合物(1c-6)に対して1当量から10当量用いる。酢酸塩は化合物(1c-6)に対して1当量から20当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、

反応時間は30分間から72時間である。

[0160] [工程1-24]

本工程は、化合物(1c-8)を還元して化合物(1c-9)を得る工程である。良好な結果を得るために、酢酸や塩酸などの酸を加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、ジメチルスルホキシド、などを用いることができる。本反応に用いる還元剤としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウムなどを用いることができる。還元剤は化合物(1c-8)に対して0.5当量から3当量用いる。反応温度は-20℃から80℃であり、反応時間は10分間から12時間である。酸を加える場合は、還元剤に対して1当量から溶媒量を加える。

[0161] 「工程1-25]

本工程は、化合物(1c-9)のニトロエチル部位を、塩基を用いてアニオンとし、次いでチタニウム(IV)クロリドを用いて化合物(1c)を得る工程である。

化合物(1c-9)のアニオン化反応:本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、などを用いることができる。本反応に用いる塩基としては、リチウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、カリウム tーブトキシド、あるいはnーブチルリチウムなどを用いることができる。塩基は化合物(1c-9)に対して1当量から2当量用いる。反応温度は-78℃から室温であり、反応時間は5分間から1時間である。

チタニウム(IV)クロリドとの反応:本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、塩化メチレン、1,2ージクロロエタン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。チタニウム(IV)クロリドは化合物(1c-9)に対して1当量から3当量用いる。反応温度は-10℃から室温であり、反応時間は10分間から12時間である。

[0162] [工程1-26]

本工程は、化合物(1c-8)をトリエチルシランの存在下、チタニウム(IV)クロリドと 反応させて、化合物(1c)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原 料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限 はないが、例えば、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、塩化メチレン、1,2-ジ クロロエタン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。トリエチルシランは 化合物(1c-8)に対して1当量から3当量用いる。チタニウム(IV)クロリドは化合物(1c-8)に対して1当量から3当量用いる。反応温度は-20℃から室温であり、反応 時間は10分間から12時間である。

[0163] [製造方法1-3-2]化合物(1c)の製造方法-2

[0164] [化34]

$$\begin{array}{c} \text{HO} \cap \mathbb{R}^3 \\ \text{(1c-10-1)} \\ \\ \text{(1c-10)} \\ \\ \text{(1c-10)} \\ \\ \text{(1c-10)} \\ \\ \text{(1c-10)} \\ \\ \text{(1c-10-2)} \\ \\ \text{(1c-10-2)} \\ \\ \text{(1c-11)} \\ \\ \text{(1c-11)} \\ \\ \text{(1c-12)} \\ \\ \text{(1c-13)} \\ \\ \text{(1c-13)} \\ \\ \text{(1c-13)} \\ \\ \text{(1c-14)} \\ \\ \text{(1c-14)} \\ \\ \text{(1c-15)} \\ \\ \\ \text{(1c-16)} \\ \\ \text{(1c-17)} \\ \\ \text{(1c-17)} \\ \\ \text{(1c-18)} \\ \\ \text{(1$$

[0165] 〔式中、R³は前記定義と同意義を意味する。式中R¹⁵は、ハロゲンなどで置換されていてもよいC₁₋₆アルキル基を意味する。Lはハロゲン原子、pートルエンスルホニル基およびトリフルオロメタンスルホニル基などの脱離基を意味する。〕

化合物(1c-10)、化合物(1c-10-1)および化合物(1c-10-2)は、市販品を用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0166] 「工程1-27]

本工程は、化合物(1c-10)と有機リン化合物、アゾ試薬および化合物(1c-10-1)とを反応させて化合物(1c-11)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、酢酸エチル、アセトニトリル、塩化メチ

レン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。有機リン化合物としては、トリフェニルホスフィン、トリーnーブチルホスフィンなどを用いることができる。アゾ試薬としては、例えば、ジエチルアゾジカルボキシレートまたはジイソプロピルアゾジカルボキシレートなどのエステル誘導体、あるいは1,1'-(アゾジカルボニル)ジピペリジンなどのアミド誘導体、を用いることができる。化合物(1c-10-1)は化合物(1c-10)に対して1当量から1.5当量用いる。有機リン化合物は化合物(1c-10)に対して1当量から3当量用いる。アゾ試薬は化合物(1c-10)に対して1当量から3当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は5分間から24時間である。

[0167] [工程1-28]

本工程は、化合物(1c-10)と化合物(1c-10-2)とを、塩基存在下で反応させることにより化合物(1c-11)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、ナトリウム ハイドライド、カリウム tーブトキシド、ナトリウム エトキシド、ナトリウム メトキシド、N, Nージイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミン、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどを用いることができる。塩基は化合物(1c-10-2)に対して1当量から5当量を用いる。化合物(1c-10-2)は化合物(1c-10)に対して1当量から20当量を用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は5分間から6時間である。

[0168] [工程1-29]

本工程は、化合物(1c-11)と過酸化物とを反応させて化合物(1c-12)を得る工程である。本反応に用いる過酸化物としては、m-クロロ過安息香酸、過酸化水素水、ジメチルジオキシラン、過酸化ベンゾイル、過酢酸などを用いることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲ

ン系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、N, N―ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、アセトン、アセトニトリル、酢酸、水などを用いることができる。過酸化物は化合物(1c−11)に対して1当量から5当量用いる。反応温度は−40℃から還流温度であり、反応時間は1分間から48時間である。

[0169] 「工程1-30]

本工程は、化合物(1c-12)と酸無水物とを反応させて化合物(1c-13)を得る工程である。本反応に用いる酸無水物としては、無水酢酸、無水トリフルオロ酢酸などを用いることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はなく、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、酢酸、トリフルオロ酢酸などを用いることができる。酸無水物を溶媒として用いることもできる。酸無水物は、化合物(1c-12)に対して1当量から過剰量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0170] [工程1-31]

本工程は、化合物(1c-13)を加水分解し化合物(1c-14)を得る工程である。例えば、硫酸等の酸存在下、あるいは、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ソジウムメトキサイド、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等のアルカリ存在下、化合物(1c-13)を加水分解することにより化合物(1c-14)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、塩化メチレン、クロロホルムなどのハロゲン系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、水、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。酸もしくは塩基は、化合物(1c-13)に対し1当量から過剰量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分から24時間である。

[0171] [工程1-32]

本工程は、化合物 (1c-14) の水酸基を脱離基に変換し化合物 (1c-15) を得る工程である。

Lがメタンスルホニルオキシ基またはpートルエンスルホニルオキシ基などの硫酸エステルの場合:化合物(1c-14)を、塩基性条件下で、スルホン酸 クロリドと反応させて化合物(1c-15)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、などの芳香族炭化水素系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、塩化メチレン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、トリエチルアミン、N,N-ジイソプロピルエチルアミンなどを用いることができる。スルホン酸 クロリドとしてはメタンスルホニルクロリド、pートルエンスルホニルクロリドなどを用いることができる。塩基は化合物(1c-14)に対して1当量から3当量用いる。スルホン酸 クロリドは化合物(1c-14)に対して1当量から2当量用いる。反応温度は0℃から室温であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0172] Lが塩素原子あるいは臭素原子の場合:化合物(1c-14)を、トリフェニルホスフィン存在下、テトラクロロメタンあるいはテトラブロモメタンでハロゲン化して、化合物(1c-15)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、塩化メチレン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができ、テトラクロロメタンあるいはテトラブロモメタンを溶媒として用いることもできる。トリフェニルホスフィンは化合物(1c-14)に対して1当量から2当量用いる。テトラクロロメタンあるいはテトラブロモメタンは化合物(1c-14)に対して1当量から溶媒量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から12時間である

また、以下の別法(1)、(2)、および(3)に記載の方法で、化合物(1c-14)から化合物(1c-15)を得ることができる。

- [0173] 別法(1):化合物(1c-14)を、酸性条件下で化合物(1c-15)に変換することができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、水、酢酸エチル、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。本反応にはテトラブチルアンモニウム ブロミドなどの相間移動触媒を、化合物(1c-14)に対して0.01から2当量加えることもできる。酸としては、塩酸、臭化水素酸などを用いることができる。良好な収率をえるために、硫酸を加えることもできる。反応温度は0℃から室温であり、反応時間は10分間から12時間である。
- [0174] 別法(2):化合物(1c-14)を塩化チオニルと反応させて、化合物(1c-15)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、アセトニトリル、クロロホルム、塩化メチレンなどを用いることができ、塩化チオニルを溶媒として用いることもできる。良好な収率を得るために、本反応には触媒量のピリジンを加えることもできる。塩化チオニルは化合物(1c-14)に対して1当量から溶媒量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から12時間である。
- [0175] 別法(3):化合物(1c-14)をハロゲン化リンと反応させて、化合物(1c-15)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、クロロホルム、などを用いることができる。ハロゲン化リンとしては、オキシ塩化リン、3塩化リン、3臭化リン、などを用いることができる。ハロゲン化リンは化合物(1c-14)に対して0.33当量から3当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から12時間である。

[0176] 「工程1-33]

本工程は、化合物(1c-15)の脱離基をシアノ基に変換し化合物(1c-16)を得る工程である。良好な結果を得るために、ヨウ化ナトリウムなどの無機塩を化合物(1c-15)に対して1当量から2当量加えても良い。本反応に用いるシアノ化剤としては、シ

47

アン化ナトリウム、シアン化カリウム、シアン化リチウムなどを用いることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えばメタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、1,4ージオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、アセトン、水またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。シアノ化剤は化合物(1c-15)に対して1当量から5当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は30分から48時間である。

[0177] 「工程1-34]

本工程は、化合物(1c-16)と塩化ヒドロキシルアンモニウムとを反応させ化合物(1c-17)を得る工程である。本反応に用いる塩基としては、ピリジン、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどを用いることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば特に限定されないが、ジクロロメタン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素類、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類、テトラヒドロフラン、1、4ージオキサン等のエーテル類、メタノール、エタノール等のアルコール類、Nーメチルピロリジノン、N、Nージメチルホルムアミド、N、Nージメチルアセトアミド等のアミド類、ピリジン、水またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩化ヒドロキシルアンモニウムは化合物(1c-16)に対して1当量から5当量用いる。塩基は化合物(1c-16)に対して1当量から5当量用いる。塩基は化合物(1c-16)に対して1当量から過剰量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

[0178] [工程1-35]

本工程は、化合物(1c-17)とソジウム ナイトライト、塩素源とを反応させて、化合物(1c-18)を得る工程である。本反応に用いる塩素源としては、塩酸、塩化銅などを用いることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、

アセトン、塩酸水溶液、水またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。ソジウム ナイトライトは化合物 (1c-17) に対して1当量から10当量用いることができる。塩素源は化合物 (1c-17) に対して1当量から過剰量用いることができる。反応温度は-40℃から還流温度であり、反応時間は1分間から24時間である。

[0179] [製造方法1-3-3]化合物(1c-1)の製造方法-1

[0180] [化35]

[0181] 〔式中、R³およびLは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-19)、化合物(1c-20)、化合物(1c-19-1)および化合物(1c-20)0-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0182] 「工程1-36]

本工程は、化合物(1c-19)と化合物(1c-19-1)を、塩基存在下で反応させて化合物(1c-21)を得る工程である。[工程1-28]と同様の方法で化合物(1c-21)を製造することができる。

[0183] [工程1-37]

本工程は、化合物 (1c-20) と有機リン化合物、アゾ試薬、および化合物 (1c-19-1) とを反応させて化合物 (1c-21) を得る工程である。 [工程1-27] と同様の方法で化合物 (1c-21) を製造することができる。

[0184] 「工程1-38]

本工程は、化合物(1c-20)と化合物(1c-20-1)とを塩基存在下に反応させて 化合物(1c-21)を得る工程である。良好な結果を得るため、触媒量のヨウ化ナトリウムまたはヨウ化カリウム、あるいはテトラブチルアンモニウム ヨージドを添加してもよく、また銅触媒を加えて行うこともできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をあ る程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、ナトリウムハイドライド、カリウム tーブトキシド、ナトリウムエトキシド、ナトリウムメトキシド、N,Nージイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミン、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどを用いることができる。銅触媒としては、銅、ヨウ化銅(I)、臭化銅(I)、塩化銅(I)、などを用いることができる。化合物(1c-20-1)は化合物(1c-20)に対して1当量から5当量用いる。塩基は化合物(1c-20)に対して1当量から5当量を用いる。銅触媒は化合物(1c-20)に対して0.01当量から0.3当量用いることができる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は5分間から48時間である。

[0185] [製造方法1-3-4]化合物(1c-1)の製造方法-2

[0186] [化36]

[0187] 〔式中、R³は前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-22)および化合物(1c-10-1)は、市販品を用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

「0188] [工程1-39]

本工程は、化合物(1c-22)と化合物(1c-10-1)とを、塩基存在下で反応させて化合物(1c-23)を得る工程である。本反応は銅触媒を加えて行うこともできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを

用いることができる。塩基としては、水素化ナトリウム、カリウム tーブトキシド、ナトリウム エトキシド、ナトリウム メトキシド、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、などを用いることができる。銅触媒としては、銅、ヨウ化銅(I)、臭化銅(I)、塩化銅(I)、などを用いることができる。塩基は化合物(1c-10-1)に対して1当量から5当量用いる。化合物(1c-10-1)は化合物(1c-22)に対して1.0当量から3.0当量用いる。銅触媒は化合物(1c-10-1)に対して0.01当量から1当量用いることができる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

[0189] [製造方法1-3-5]化合物(1c-1)、(1c-2)および(1c-6)の製造方法-3 [0190] [化37]

[0191] 〔式中、Hal、L、R³、R¹³およびR¹³は前記定義と同意義を意味する。また、R¹⁶およびR¹⁷はハロゲン基、C₁₋₆アルキル基およびC₁₋₆アルコキシ基を意味する。Hal¹は塩素原子と臭素原子を意味する。M¹はマグネシウム原子と亜鉛原子を意味する。〕化合物(1c-24)、化合物(1c-25)、化合物(1c-19-1)、化合物(1c-20-1)、化合物(1c-24-1)および化合物(1c-26-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0192] [工程1-40]

本工程は、化合物(1c-24)のハロゲン原子を金属原子に置換して有機金属化合物とした後、ホルミル化試薬を作用させて化合物(1c-25)を得る工程である。本工程に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻

害しないものであれば、特に制限はないが、ジエチルエーテルが望ましい。有機金属化合物としては、nーブチルリチウム、sーブチルリチウム、tーブチルリチウムなどの塩基を作用させて得られる有機リチウム化合物などを用いることができる。有機リチウム化合物を調製する温度は一100℃から室温であり、好ましくは一78℃から−40℃である。塩基は化合物(1c−24)に対して1当量から1.2当量用いることができ、反応時間は10分間から24時間である。ホルミル化試薬としては、N,Nージメチルホルムアミド、Nーホルミルピペリジン、Nーホルミルモルホリン、Nーメチルホルムアニリドなどを用いることができる。ホルミル化試薬は化合物(1c−24)に対して1当量から20当量用いることができ、好ましくは1当量から2当量である。有機金属化合物とホルミル化試薬とを反応させる温度は、−78℃から室温であり、反応時間は5分から24時間である。

[0193] 「工程1-41]

本工程は、化合物(1c-25)のホルミル基をアルコール及び酸触媒存在下、アセタールで保護して化合物(1c-26)を得る工程である。本反応に用いるアルコールとしては、メタノール、エタノール、エチレングリコール、プロピレングリコールなどが望ましい。酸触媒としては、塩酸、硫酸、pートルエンスルホン酸、酢酸、塩化アンモニウム等を用いることができる。本工程に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、メタノール、エタノール、エチレングリコール等のアルコール系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素溶媒などを用いることができる。アルコールは化合物(1c-25)に対して1当量から溶媒量用いる。酸触媒は化合物(1c-25)に対して0.05当量から過剰量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0194] [工程1-42]

本工程は、化合物 (1c-26) のハロゲン原子を金属原子に置換して有機金属化合物とした後、ホルミル化試薬を作用させて化合物 (1c-27) を得る工程である。 [工程1-15] と同様の方法で化合物 (1c-27) を製造することができる。

[0195] 「工程1-43]

本工程は、化合物(1c-27)を還元して化合物(1c-28)を得る工程である。本反応に用いる還元剤としては、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウムなどを用いることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素溶媒、水またはこれらの混合溶媒などを用いることができ、好ましくは、水素化ホウ素ナトリウム等の還元剤を用いる場合は、アルコール系溶媒、水素化アルミニウムリチウム等の還元剤を用いる場合は、アルコール系溶媒、水素化アルミニウムリチウム等の還元剤を用いる場合はエーテル系溶媒が望ましい。還元剤は化合物(1c-27)に対して0.25当量から4当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は5分間から24時間である。

[0196] [工程1-44]

本工程は、化合物(1c-28)と化合物(1c-20-1)とを塩基存在下に反応させて 化合物(1c-29)を得る工程である。[工程1-38]と同様の方法で化合物(1c-29)を得ることができる。

[0197] 「工程1-45]

本工程は、化合物(1c-24)と化合物(1c-24-1)とを、塩基存在下で反応させて化合物(1c-30)を得る工程である。[工程1-39]と同様の方法で化合物(1c-30)を製造することができる。

[0198] 「工程1-46]

本工程は、化合物(1c-24)と化合物(1c-19-1)とを、塩基存在下で反応させて化合物(1c-31)を得る工程である。[工程1-39]と同様の方法で化合物(1c-31)を製造することができる。

[0199] [工程1-47]

本工程は、化合物 (1c-31) のハロゲン原子を金属原子に置換することにより有機金属化合物とした後、ホルミル化剤と反応させて化合物 (1c-32) を得る工程である。 [工程1-15] と同様の方法で化合物 (1c-32) を製造することができる。

「0200] 「工程1-48]

本工程は、化合物(1c-25)と化合物(1c-19-1)とを、塩基存在下で反応させて化合物(1c-32)を得る工程である。[工程1-39]と同様の方法で化合物(1c-32)を製造することができる。

[0201] 「工程1-49]

本工程は、化合物(1c-26)と化合物(1c-26-1)をニッケル触媒存在下に反応させて化合物(1c-33)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒が好ましい。ニッケル触媒としては1、3ービス(ジフェニルホスフィノ)プロパンニッケル(II)クロリド、ビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(II)クロリド、1、2ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンニッケル(II)クロリド、1、1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンニッケル(II)クロリドなどを用いることができる。化合物(1c-26-1)は化合物(1c-26)に対して1当量から2当量用い、ニッケル触媒は化合物(1c-26)に対して0.02当量から0.2当量用いる。反応温度は-10℃から80℃であり、反応時間は30分から12時間である。

また、M¹が亜鉛原子である場合、化合物(1c-26-1)は以下のようにして系内で調製して反応に用いることができる。ハロゲン化ベンジルと活性化された亜鉛を用いて化合物(1c-26-1)を系内で合成して、[工程1-49]の反応を行うことができる。この場合、活性化された亜鉛はハロゲン化ベンジルに対して、1当量から1.3当量用いる。化合物(1c-26-1)を得る反応温度は-10℃から室温であり、好ましくは-5℃から10℃であり、反応時間は1時間から10時間である。

[0202] 「製造方法1-3-6]化合物(1c-2)の製造方法-1

[0203] [化38]

[0204] [式中、 R^{18} 、 R^{19} 、 R^{20} および R^{21} はハロゲン、 C_{1-6} アルキル基および C_{1-6} アルコキシ 基を意味する。]

化合物(1c-34)、化合物(1c-34-1)、化合物(1c-34-2)、化合物(1c-34-3) および化合物(1c-34-4) は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0205] 「工程1-50]

本工程は化合物(1c-34)のハロゲン原子を金属原子に置換して有機金属化合物とした後、化合物(1c-34-1)を反応させて化合物(1c-35)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒が好ましい。有機金属化合物としては、nーブチルリチウム、sーブチルリチウム、tーブチルリチウム、リチウム ジイソプロピルアミドなどの塩基を作用させて得られる有機リチウム化合物などを用いることができる。有機リチウム化合物を調製する温度は、-78℃から室温であり、好ましくは、-78℃から-40℃であり、塩基は化合物(1c-34)に対して1当量から1.5当量を使用し、反応時間は30分間から24時間である。化合物(1c-34-1)は、化合物(1c-34)に対して1当量から2当量を用いる。有機金属化合物と化合物(1c-34-1)を反応させる温度は-78℃から室温であり、反応時間は5分間から12時間である。

[0206] 「工程1-51]

本工程は化合物(1c-34)と化合物(1c-34-2)とを塩基存在下で反応させて化合物(1c-35)を得る工程である。

本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、または、これらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、水素化ナトリウム、カリウム t-ブトキシド、ナトリウム エトキシド、ナトリウム メトキシド、大酸化カリウム、水酸化ナトリウムなどを用

いることができる。塩基は化合物 (1c-34) に対して1当量から5当量を用いる。化合物 (1c-34-2) は化合物 (1c-34) に対して1当量から2当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は5分間から24時間である。

[0207] [工程1-52]

本工程は化合物 (1c-34) のハロゲン原子を金属原子に置換して有機金属化合物とした後、化合物 (1c-34-3) を反応させて化合物 (1c-36) を得る工程である。 「工程1-50]と同様の方法で化合物 (1c-36) を製造することができる。

「0208] 「工程1-53]

本工程は化合物(1c-34)と化合物(1c-34-4)とを塩基存在下で反応させて化合物(1c-36)を得る工程である。[工程1-51]と同様の方法で化合物(1c-36)を製造することができる。

[0209] [製造方法1-3-7]化合物(1c-2)の製造方法-2

[0210] [化39]

[0211] [式中、Halは前記定義と同意義を意味する。 R^{22} および R^{23} はハロゲン原子、 C_{1-6} アルコキシ基を意味する。]

化合物(1c-37)および化合物(1c-37-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0212] 「工程1-54]

本工程は化合物(1c-37)の5位の水素原子を金属原子で置換して有機金属化合物とした後、化合物(1c-37-1)と反応させて化合物(1c-38)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒が好ましい。有機金属化合物としては、n-ブチルリチウム、s-ブチルリチウム、t-ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミドなどの塩基を作用させて得られる有機リチウム化合物などを用いることができる。有機リチウム化

合物を調製する温度は、-78℃から室温であり、好ましくは、-78℃から-40℃であり、塩基は化合物 (1c-37) に対して1当量から1. 5当量を使用し、反応時間は30分間から24時間である。化合物 (1c-37-1) は、化合物 (1c-37) に対して1当量から2当量を用いる。有機金属化合物と化合物 (1c-37-1) を反応させる温度は-78℃から室温であり、反応時間は5分間から12時間である。

[0213] [製造方法1-3-8]化合物(1c-3)の製造方法-1

[0214] [化40]

HO OH
$$(1c-20-1)$$
 HO $0-R^3$ $(1c-39)$ $(1c-40)$

[0215] 〔式中、R³およびLは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-39)および化合物(1c-20-1)は、市販品を用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0216] [工程1-55]

本工程は、化合物(1c-39)と化合物(1c-20-1)とを反応させて化合物(1c-40)を得る工程である。化合物(1c-20-1)は化合物(1c-39)に対して0.2から1.0当量用いて、[工程1-38]と同様の方法で化合物(1c-40)を製造することができる。

[0217] 「製造方法1-3-9]化合物(1c-3)の製造方法-2

[0218] [化41]

[0219] 〔式中、R³ R¹³、R¹³ およびHalは前記定義と同意義を意味する。〕 化合物(1c-41)および化合物(1c-41-1)は、市販品をそのまま用いることがで き、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0220] [工程1-56]

本工程は、化合物(1c-41)のハロゲン原子を金属原子に置換して有機金属化合物とし、次いで化合物(1c-41)を反応させて化合物(1c-42)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、などの芳香族炭化水素系溶媒、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。化合物(1c-41)を有機金属化合物に変換する試薬としては、n-ブチルリチウム、s-ブチルリチウム、エチルマグネシウム ブロミド、エチルマグネシウム クロリド、イソプロピルマグネシウム クロリド、マグネシウム、亜鉛、などを用いることができる。化合物(1c-41)を有機金属化合物に変換する試薬は、化合物(1c-41)に対して1当量から3当量用いる。化合物(1c-41-1)は、化合物(1c-41)に対して1当量から3当量用いる。化合物(1c-41-1)は、化合物(1c-41)に対して1当量から3当量用いる。化合物(1c-41-1)を有機金属であり、反応時間は10分間から12時間である。化合物(1c-41-1)を加える反応における反応温度は-78℃から還流温度であり、反応時間は10分間から12時間である。

[0221] [工程1-57]

本工程は、化合物 (1c-42) のアセタールを脱保護して化合物 (1c-43) を得る工程である。「工程1-16] と同様の方法で化合物 (1c-43) を製造することができる。

[0222] [工程1-58]

本工程は、化合物(1c-41)と化合物(1c-41-1)とを反応させて化合物(1c-43)を得る工程である。本工程は[工程1-56]と同様の方法で化合物(1c-42)を製造し、次いで、反応系内あるいは後処理の段階で酸を加え、化合物(1c-43)を得ることができる。本反応に用いる酸としては、塩酸、硫酸、臭化水素酸などの無機酸、クエン酸、トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸などの有機酸、酸性シリカゲルなどを用いることができる。酸は、化合物(1c-41)に対して触媒量から溶媒量用いることができる。反応温度は0℃から溶媒の還流温度であり、反応時間は5分間から24時間である。

[0223] [工程1-59]

本工程は、化合物(1c-43)を還元して化合物(1c-44)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、などを用いることができる。還元剤としては、水素化アルミニウムリチウムー塩化アルミニウムを用いることができる。水素化アルミニウムリチウムは化合物(1c-43)に対して2当量から6当量用いる。塩化アルミニウムは化合物(1c-43)に対して2当量から6当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

[0224] [製造方法1-3-10]化合物(1c-3)の製造方法-3

[0225] [化42]

[0226] 〔式中、Halは前記定義と同意義を意味する。 R^{24} は水素原子、ハロゲン、 C_{1-6} アルキル基および C_{1-6} アルコキシ基等を意味する。〕

化合物(1c-45)および化合物(1c-45-1)は、市販品を用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0227] 「工程1-60]

本工程は、化合物(1c-45)と化合物(1c-45-1)とを反応させて化合物(1c-46)を得る工程である。例えば、テトラヒドロフラン、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の溶媒中、例えば、カリウム t-ブトキシド等の塩基存在下、化合物(1c-45)と化合物(1c-45-1)とを反応させることにより化合物(1c-46)を得ることができる。化合物(1c-45-1)は化合物(1c-45)に対して、1当量から1.5当量用いる。塩基は化合物(1c-45)に対して、1当量から1.5当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は30分間から24時間である。

[0228] [工程1-61]

本工程は、化合物 (1c-46) のカルボン酸エステルを還元して化合物 (1c-47) を得る工程である。 [工程1-4] と同様の方法で化合物 (1c-47) を製造することができる。

[0229] [製造方法1-3-11]化合物(1c-3)の製造方法-4

[0230] [化43]

[0231] 〔式中、 R^3 、 R^7 およびHalは前記定義と同意義を意味する。また、 R^{25} は C_{1-6} アルキル基を意味する。〕

化合物(1c-48)および化合物(1c-41-1)は、市販品をそのまま用いるか市販品から公知の方法で製造することができる。

[0232] [工程1-62]

本工程は、化合物(1c-48)のハロゲン原子をリン原子に置換して化合物(1c-49)を得る工程である。本反応は化合物(1c-48)とトリアルキルホスファイトを溶媒中もしくは無溶媒で混合し、加熱することによって行う。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒もしくはこれらの混合溶媒を用いることができる。トリアルキルホスファイトは化合物(1c-48)に対して1当量から1.2当量加える。反応温度は100℃から150度であり、反応時間は30分から2時間である。

[0233] [工程1-63]

本工程は化合物(1c-49)に塩基を作用させたのち化合物(1c-41-1)を反応させ化合物(1c-50)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサンなどのエーテル系溶媒、N,N-

ジメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒またはこれらの混合溶媒を用いることができる。塩基としては水素化ナトリウム、水素化カリウムなどの金属水素化物やナトリウム メトキシド、カリウムtーブトキシドなどの金属アルコラートなどを適宜用いることができる。化合物(1c-41-1)は化合物(1c-49)に対して1当量から2当量加える。反応温度は室温から80℃であり、反応時間は30分から12時間である

[0234] [工程1-64]

本工程は化合物(1c-50)の二重結合を水素化して、化合物(1c-51)に導く工程である。本工程は化合物(1c-50)を溶媒中、水素雰囲気下、金属触媒を用いて水素添加を行う反応である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサンなどのエーテル系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、酢酸エチルなどのエステル系溶媒またはこれらの混合溶媒を用いることができる。金属触媒としては酸化パラジウム(II)、水酸化パラジウム、酸化白金(IV)、ラネーニッケルなどを用いることができる。金属触媒は、化合物(1c-50)に対して触媒量から過剰量用いる。反応温度は、室温から80℃であり、反応時間は5分間から24時間であり、反応気圧は1気圧から4気圧である。

[0235] 「工程1-65]

本工程は化合物(1c-51)のエステル基を還元してアルコール体(1c-52)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系の溶媒もしくはこれらの混合溶媒を用いることができる。還元剤としては、水素化ホウ素ナトリウム、水素化リチウムアルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウムなどを用いることができる。還元剤は化合物(1c-51)に対して0.5当量から2当量加える。反応温度は-20℃から溶媒の還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である

[0236] [製造方法1-3-12]化合物(1c-3)の製造方法-5

[0237] [化44]

[0238] [式中、 R^{26} および R^{27} はハロゲン原子、 C_{1-6} アルキル基および C_{1-6} アルコキシ基を意味する。]

化合物(1c-53)、化合物(1c-53-1)は、市販品をそのまま用いることができ、 市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0239] [工程1-66]

本工程は化合物(1c-53)と化合物(1c-53-1)とを反応させて化合物(1c-54)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、エタノール、メタノールなどのアルコール系溶媒などを用いることができる。化合物(1c-53-1)は化合物(1c-53)に対して1当量から2当量用いる。反応温度は還流温度であり、反応時間は30分間から12時間である。

[0240] [工程1-67]

本工程は化合物(1c-54)を還元して化合物(1c-55)を得る工程である。 [工程1-4]と同様の方法で化合物(1c-55)を製造することができる。

[0241] 「製造方法1-3-13]化合物(1c-4)の製造方法-1

[0242] [化45]

[0243] 〔式中、R³およびHalは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-56)、化合物(1c-58)、化合物(1c-60)、化合物(1c-62)、化合物(1c-64)、化合物(1c-19-1)、化合物(1c-41-1)および化合物(1c-56-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0244] 「工程1-68]

本工程は、塩基存在下、化合物(1c-56)と化合物(1c-19-1)とを反応させて化合物(1c-57)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、ナトリウムハイドライド、カリウムtーブトキシド、ナトリウムエトキシド、ナトリウムメトキシド、N, Nージイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミン、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどを用いることができる。塩基は化合物(1c-19-1)に対して1当量から5当量を用いる。化合物(1c-19-1)は化

63

合物(1c-56)に対して1当量から溶媒量を用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は30分間から48時間である。

[0245] 「工程1-69]

本工程は、化合物 (1c-58) と化合物 (1c-19-1) を反応させて化合物 (1c-59) を得る工程である。 [工程1-37] と同様の方法で化合物 (1c-59) を製造することができる。

[0246] [工程1-70]

本工程は、化合物 (1c-60) と化合物 (1c-19-1) を反応させて化合物 (1c-59) を得る工程である。 [工程1-36] と同様の方法で化合物 (1c-59) を製造することができる。

[0247] [工程1-71]

本工程は、化合物(1c-56)と化合物(1c-56-1)をパラジウム触媒存在下で反 応させて化合物(1c-61)を得る工程である。良好な結果を得るため、ホスフィン配 位子を反応系中に加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をあ る程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はない が、例えば、1.4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、メタノール 、エタノールなどのアルコール系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系 溶媒、N. Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、また はこれらの混合溶媒などを用いることができる。 パラジウム触媒としては、パラジウム(I I)アセテート、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)、ジクロロビス(トリフェニ ルホスフィン)パラジウム(II)、ジクロロビス(トリーoートリルホスフィン)パラジウム(II)、 ビス(トリーtーブチルホスフィン)パラジウム(0)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パ ラジウム(0)、パラジウム(0)ペンタジエノン、などを用いることができる。ホスフィン配 位子としては、トリフェニルホスフィン、トリーoートリルホスフィン、トリーtーブチルホス フィン、ジフェニルホスフィノフェロセン、2ージシクロヘキシルホスフィノビフェニル、2 -ジ-t-ブチルホスフィノビフェニル、2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1' ービナフチル(BINAP)、などを用いることができる。塩基としては、ナトリウム tーブ トキシド、炭酸セシウム、炭酸カリウム、リン酸カリウム、などを用いることができる。化合 物(1c-56-1)は化合物(1c-56)に対して1当量から過剰量用いる。パラジウム 触媒は化合物(1c-56)に対して0.01当量から0.3当量用いる。ホスフィン配位子 は化合物(1c-56)に対して0.01当量から1.2当量用いる。塩基は化合物(1c-56)に対して1当量から4当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間 は30分間から72時間である。

「0248] 「工程1-72]

本工程は、化合物(1c-62)と化合物(1c-56-1)を反応させて還元的アミノ化を行い、化合物(1c-63)を得る工程である。反応を促進するために酢酸を添加してもよい。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、塩化メチレン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。還元剤としては、水素化アルミニウムリチウム、水素化ホウ素ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウム、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム、2-ピコリンーボラン、などを用いることができる。化合物(1c-56-1)は化合物(1c-62)に対して1当量から2当量用いる。還元剤は化合物(1c-62)に対して0.5当量から2当量用いる。酢酸を加える場合酢酸は化合物(1c-62)に対して10.5当量から2当量用いる。酢酸を加える場合酢酸は化合物(1c-62)に対して10.5当量から2当量用いる。酢酸を加える場合酢酸は化合物(1c-62)に対して触媒量から溶媒量加える。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0249] 「工程1-73]

本工程は、化合物(1c-64)と化合物(1c-41-1)を反応させて還元的アミノ化を行い、化合物(1c-65)を得る工程である。[工程1-72]と同様の方法で化合物(1c-65)を製造することができる。

[0250] 「製造方法1-3-14]化合物(1c-4)の製造方法-2

[0251] [化46]

[0252] 〔式中、R³およびHalは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-56)および化合物(1c-41-1)は、市販品をそのまま用いることがで

き、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0253] [工程1-74]

本工程は、化合物 (1c-56) と化合物 (1c-41-1) とを反応させて化合物 (1c-66) を得る工程である。 [工程1-56] と同様の方法で化合物 (1c-66) を製造することができる。

[0254] 「工程1-75]

本工程は、化合物(1c-66)をヨードトリメチルシランで還元して化合物(1c-67)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、アセトニトリル、塩化メチレン、などを用いることができ、さらに好ましくは塩化メチレン、アセトニトリルを用いることができる。化合物(1c-66)に対してヨードトリメチルシランを2当量から10当量用い、反応温度は0℃から60℃であり、反応時間は5分間から6時間である。なお、反応に使用するヨードトリメチルシランは市販品を使用してもよく、またヨウ化ナトリウムとクロロトリメチルシランをアセトニトリル中室温で反応させて使用時に調製して使用しても良い。

[0255] 「製造方法1-3-15]化合物(1c-4)の製造方法-3

[0256] [1/47]

Br
$$OHC-R^3$$
 $OHC-R^3$ O

[0257] 〔式中、R³は前記定義と同意義を意味し、Qは硫黄原子および酸素原子を意味する。〕

化合物(1c-68)および化合物(1c-41-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0258] [工程1-76]

本工程は、化合物(1c-68)の1つの臭素原子を、有機金属試薬を用いてアニオンとした後、化合物(1c-41-1)と反応させ、次いで、同一容器中で、化合物(1c-68)のもう一方の臭素原子を、さらに有機金属試薬を加えてアニオンとした後、シアノ化剤と反応させて、化合物(1c-69)を得る工程である。本反応に用いる溶媒として

は、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、などの芳香族炭化水素系溶媒、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。有機金属試薬としては、nーブチルリチウム、sーブチルリチウム、などを用いることができる。シアノ化剤としては、好ましくはpートルエンスルホニルシアニドを用いることができる。有機金属試薬は化合物(1c-68)に対してトータル2当量から3当量用いる。(1c-41-1)は化合物(1c-68)に対して1当量から1.5当量用いる。シアノ化剤は化合物(1c-68)に対して1当量から24時間である。反応温度は-78℃から室温であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0259] [工程1-77]

本工程は、化合物(1c-69)を還元して化合物(1c-70)を得る工程である。[工程1-75]と同様の方法で化合物(1c-70)を製造することができる。

[0260] [製造方法1-3-16]化合物(1c-5)の製造方法-1

[0261] [化48]

[0262] 〔式中、R³は前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-66)は、市販品から公知の方法で製造することもでき、[工程1-74] に記載の方法を用いて製造することができる。

[0263] [工程1-78]

本工程は、化合物(1c-66)を還元して化合物(1c-71)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、などを用いることができる。還元剤としては、水素化アルミニウムリチウム一塩化アルミニウムを用いることができる。水素化アルミニウムリチウムは化合物(1c-66)に対して3当量から8当量用いる。塩化アルミニウムは化合物(1c-66)に対して3当量から8当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から48時

間である。

[0264] [製造方法1-3-17]化合物(1c-5)の製造方法-2

[0265] [化49]

[0266] 〔式中、R³およびQは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-69)は、市販品から公知の方法で製造することもでき、[工程1-76] に記載の方法を用いて製造することができる。

「0267] 「工程1-79]

本工程は、化合物(1c-69)を還元して化合物(1c-72)を得る工程である。[工程1-78]と同様の方法で化合物(1c-72)を製造することができる。

[0268] [製造方法1-3-18]化合物(1c-6)の製造方法-1

[0269] [化50]

[0270] 〔式中、 R^3 、 R^{13} および $R^{13'}$ は前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-42)は、市販品から公知の方法で製造することもでき、[工程1-56] に記載の方法を用いて製造することができる。

[0271] [工程1-80]

本工程は、化合物(1c-42)にヨードトリメチルシランを作用させ還元とアセタールの脱保護を同時に行い、化合物(1c-73)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、アセトニトリル、塩化メチレン、などを用いることができ、さらに好ましくは塩化メチレン、アセトニトリルを用いることができる。ヨードトリメチルシランは化合物(1c-42)に対して2当量から10当量用いる。反応温度は0℃から60℃であり、反応時間は5分間から6時間である。なお、反応に使用するヨードトリメチルシランは市販品を使用してもよく、ま

たナトリウム ヨーダイドとクロロトリメチルシランをアセトニトリル中室温で反応させて使用時に調製して使用してもよい。

[0272] 「製造方法1-3-19]化合物(1c-6)の製造方法-2

[0273] [化51]

H (1c-74-1) H (1c-75)
$$R^{20}$$

(1c-74-1) $(1c-75)$

[0274] [式中、 R^{28} はハロゲンあるいは C_{1-6} アルキル基を意味する。]

化合物(1c-74)および化合物(1c-74-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0275] 「工程1-81]

本工程は化合物(1c-74)と化合物(1c-74-1)とを塩基存在下に反応させて化合物(1c-75)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサンなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、あるいはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、ナトリウム ハイドライド、カリウム t-ブトキシド、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、などを用いることができる。化合物(1c-74)は化合物(1c-74-1)に対して0.5当量から2当量用いる。塩基は化合物(1c-74-1)に対して0.5当量から5当量用いる。反応温度は100℃から170℃であり、反応時間は30分から12時間である。

[0276] [製造方法1-3-20]化合物(1c-6)の製造方法-3

[0277] [化52]

[0278] [式中、 R^{29} および R^{30} はハロゲン、 C_{1-6} アルキル基および C_{1-6} アルコキシ基を意味する。]

化合物(1c-76)、化合物(1c-79)および化合物(1c-76-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0279] [工程1-82]

本工程は化合物(1c-76)と化合物(1c-76-1)とを塩基存在下に反応させて化合物(1c-77)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサンなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、あるいはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、水素化ナトリウム、カリウム t-ブトキシド、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、などを用いることができる。化合物(1c-76-1)は化合物(1c-76)に対して1当量から2当量用いる。塩基は化合物(1c-76)に対して2当量から3当量用いる。反応温度は室温から80℃であり、反応時間は30分から72時間である。

[0280] 「工程1-83]

本工程は化合物(1c-77)のシアノ基を還元して化合物(1c-78)を得る工程である。[工程1-18]と同様の方法で化合物(1c-78)を製造することができる。

[0281] 「工程1-84]

本工程は化合物(1c-79)と化合物(1c-76-1)とを塩基存在下に反応させて化合物(1c-78)を得る工程である。[工程1-82]と同様の方法で化合物(1c-78)を得ることができる。

[0282] 「製造方法1-3-21]化合物(1c-6)の製造方法-4

[0283] [化53]

[0284] [式中、 R^{31} および R^{32} はハロゲン、 C_{1-6} アルキル基および C_{1-6} アルコキシ基を意味する。]

化合物(1c-80)および化合物(1c-80-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0285] [工程1-85]

本工程は化合物(1c-80)と化合物(1c-80-1)とを反応させて化合物(1c-81)を得る工程である。溶媒としては、酢酸などが用いられる。化合物(1c-80-1)は化合物(1c-80)に対して1当量用いる。反応温度は50℃から110℃であり、反応時間は5分間から1時間である。

[0286] [製造方法1-3-22]化合物(1c-6)の製造方法-5

[0287] [化54]

[0288] [式中、R³は前記定義と同意義を意味する。]

化合物(1c-82)および化合物(1c-56-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0289] 「工程1-86]

本工程は化合物 (1c-82) と化合物 (1c-56-1) とを反応させて還元的アミノ化を行い、化合物 (1c-83) を得る工程である。 [工程1-72] と同様の方法で化合物 (1c-83) を製造することができる。

「0290] [工程1-87]

本工程は化合物(1c-83)のアセタールに酸を作用させて脱保護して化合物(1c-84)を得る工程である。[工程1-16]と同様の方法で化合物(1c-84)を製造することができる。

[0291] 「製造方法1-3-23]化合物(1c-6)の製造方法-6

[0292] [化55]

PCT/JP2006/321678 71

〔式中、環A、Halは前記定義と同意義を意味する。 R^{33} は、それぞれ置換基群 α^{1} か [0293] ら選ばれる置換基を1個または2個有していてもよい、C アルキル基、C シクロア ルキル基、 C_{6-10} アリール基、または5もしくは6員環へテロアリール基を意味する。M⁺はカリウムカチオンおよびナトリウムカチオンを意味する。

「置換基群 α ¹]

シアノ基、C アルキル基、C アルコキシ基、C アルコキシカルボニル基、C 3-8 シクロアルキル基]

化合物(1c-85)、化合物(1c-85-1)、化合物(1c-85-2)および化合物(1c -85-3)は、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造す ることもできる。

[0294] 「工程1-88]

本工程は、化合物(1c-85)を化合物(1c-85-1)あるいは化合物(1c-85-2)とパラジウム触媒および塩基存在下で反応させて化合物(1c-86)を得る工程であ る。良好な結果を得るため、塩化リチウムなどの無機塩、テトラブチルアンモニウム ク ロリドなどのアンモニウム塩、あるいはホスフィン配位子を加えることもできる。本反応 は窒素ガス、アルゴンガス等の不活性ガス雰囲気下で行うことができる。本反応に用 いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しな いものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン などのエーテル系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシ ド、水、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。パラジウム触媒としては、 酢酸パラジウム(II)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン) パラジウム(II)、トリス(ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム(0

)、パラジウム カーボン、ビス(トリーtーブチルホスフィン)パラジウム(0)、1, 1'―ビス(ジフェニルホスフィノフェロセン)ジクロロパラジウム(II)などを用いることができる。 ホス フィン配位子としてはトリフェニルホスフィン、トリーoートリルホスフィン、トリーt-ブチ ルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、ジフェニルホスフィノフェロセン、2-ジシ クロヘキシルホスフィノー2', 6'ージメトキシビフェニル、2ージシクロヘキシルホスフ ィノー2', 4', 6'ートリイソプロピルビフェニル、2-ジーt-ブチルホスフィノー2', 4', 6'ートリイソプロピルビフェニル、2-ジーt-ブチルホスフィノビフェニル、2-ジシ クロヘキシルホスフィノビフェニル、2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2'-(N, N-ジ メチルアミノ)ビフェニル、 $2-\tilde{y}-t-\tilde{y}$ チルホスフィノー $2'-(N,N-\tilde{y}$ メチルアミノ)ビフェニル、2, 2'ービス(ジフェニルホスフィノ)ー1, 1'ービナフチル、1, 2ービス(ジフェニルホスフィノ)エタン、1,3ービス(ジフェニルホスフィノ)プロパン、1,4ービス (ジフェニルホスフィノ)ブタンなどを用いることができる。塩基としては、炭酸カリウム、 炭酸ナトリウム、炭酸セシウム、フッ化カリウム、フッ化セシウム、リン酸カリウム、水酸 化ナトリウム、水酸化バリウム、水酸化カリウムなどを使用することができる。化合物(1 c-85-1)あるいは化合物(1c-85-2)は化合物(1c-85)に対して1当量から3 当量用いる。パラジウム触媒は化合物(1c-85)に対して0.01当量から0.25当量 用いる。ホスフィン配位子は化合物(1c-85)に対して0.01当量から1当量用いる。 塩化リチウムなどの無機塩、あるいはテトラブチルアンモニウム クロリドなどのアンモ ニウム塩は、0.5当量から2当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応 時間は10分間から72時間である。

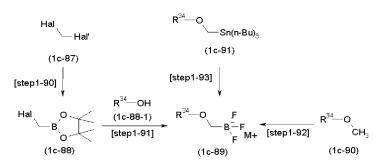
[0295] 「工程1-89]

本工程は、化合物(1c-85)を化合物(1c-85-3)とパラジウム触媒下で反応させて化合物(1c-86)を得る工程である。良好な結果を得るため、塩化リチウムなどの無機塩、テトラブチルアンモニウム クロリドなどのアンモニウム塩、ホスフィン配位子、あるいは銅試薬を加えることもできる。本反応は窒素ガス、アルゴンガス等の不活性ガス雰囲気下で行うことができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キ

シレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロ リジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用 いることができる。 パラジウム触媒としては、パラジウム(II)アセテート、トリス(ジベンジ リデンアセトン)ジパラジウム(0)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II) 、ジクロロビス(トリーoートリルホスフィン)パラジウム(II)、ビス(トリーtーブチルホスフ ィン) パラジウム(0)、テトラキス(トリフェニルホスフィン) パラジウム(0)、1,1'—ビス(ジフェニルホスフィノフェロセン)ジクロロパラジウム(II)などを用いることができる。ホス フィン配位子としては、トリフェニルホスフィン、トリーoートリルホスフィン、トリーtーブ チルホスフィン、ジフェニルホスフィノフェロセンなどを用いることができる。 銅試薬とし ては、ヨウ化銅(I)、臭化銅(I)、塩化銅(I)、などを用いることができる。化合物(1cー 85-3)は化合物(1c-85)に対して1当量から3当量用いる。パラジウム触媒は化 合物(1c-85)に対して0.01当量から0.25当量用いる。ホスフィン配位子は化合 物(1c-85)に対して0.01当量から1当量用いる。銅試薬は化合物(1c-85)に対 して0.1当量から3当量用いる。塩化リチウムなどの無機塩、あるいはテトラブチルア ンモニウム クロリドなどのアンモニウム塩は、0.5当量から2当量用いる。反応温度 は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から72時間である。

[0296] 「製造方法1-3-24]化合物(1c-85-2)の製造方法

[0297] [化56]



[0298] 〔式中、HalおよびHal'はそれぞれ独立して、ハロゲン原子を意味する。 R^{34} は、 C_{1-} アルキル基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{3-8} シクロアルキル基を意味する。 M^+ はカリウムカチオンおよびナトリウムカチオンを意味する。〕

化合物(1c-87)、化合物(1c-88-1)、化合物(1c-90)およびは化合物(1c-80)

-91)、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(1c-91)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法(例えば、WO2005/033079~A1, 82-84ページ. 等)で製造することができる。

[0299] 「工程1-90]

本工程は、有機金属試薬と化合物(1c-87)との反応により生成するアニオン化し た化合物とボロン酸エステルとを反応させ、続いて酸を加えることにより反応混合物を 中和し、最後にピナコール等のジオールと反応させ化合物(1c-88)を製造する工 程である。本反応は、化合物(1c-87)とボロン酸エステルとの混合物に有機金属試 薬を加え、化合物(1c-87)のアニオンの生成と同時にボロン酸エステルと反応させ ることもできる。本反応は、窒素、アルゴン等の不活性気体の気流下または雰囲気下 でも行うことができる。 化合物(1c-87)としては、例えばクロロヨードメタン、ジブロモ メタン、ブロモヨードメタン等を用いることができる。好ましくはクロロヨードメタン、ジブ ロモメタンである。本反応に用いる溶剤としては、出発原料をある程度溶解するもの であり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒ ドロフラン、1,2-ジメトキシエタン、メチルーt-ブチルエーテル、シクロペンチルメ チルエーテル、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジ シクロペンチルエーテル等のエーテル系溶剤、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化 水素系溶剤、ヘプタン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶剤またはこれらの混合溶 剤等を用いることができ、好適には、テトラヒドロフランである。 上記ボロン酸エステル とは、例えば、トリメチルボレート、トリイソプロピルボレート等を意味するが、好ましくは 、トリイソプロピルボレートである。上記有機金属試薬とは、例えば、n-ブチルリチウ ム、sーブチルリチウム等を意味するが、好ましくは、nーブチルリチウムである。上記 酸とは、例えば、メタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、塩酸ー酢酸エチル溶液 、塩酸-メタノール溶液等を意味するが、好ましくは、メタンスルホン酸、塩酸-酢酸 エチル溶液である。ボロン酸エステルは化合物 (1c-87) に対して $0.8\sim1.2$ 当量 を用いることができるが、好適には、0.9~1当量を用いることができる。上記有機金 属試薬は、化合物 (1c-87) に対して0. $8\sim1$. 2当量を用いることができるが、好適

には、0.8~1当量を用いることができる。化合物(1c-87)と有機金属試薬から-78℃で調製したアニオン化した化合物と、ボロン酸エステルとの混合物を、下記温度にて1~3時間撹拌する。下記温度にて当該混合物を中和後、続いてピナコールを加え、下記反応温度にて10~60分間撹拌する。

[アニオン化した化合物とボロン酸エステルとの反応での反応温度]

アニオン化した化合物とボロン酸エステルとの混合物を0℃~室温、より好適には、 室温で攪拌する。

[中和反応とジオールとの反応での反応温度]

中和反応およびジオールの添加時の温度は、-20℃~室温であり、より好適には、0℃である。ジオール添加後の温度は、0℃~室温であり、より好適には、室温である。

[0300] [工程1-91]

本工程は、溶剤中、塩基と化合物(1c-88-1)との反応により生成するアニオン 化した化合物と化合物(1c-88)とを反応させ、続いてハイドロゲンフルオリド塩(ポタ シウム ハイドロゲンフルオリドまたはソジウム ハイドロゲンフルオリド等)と反応させる ことにより化合物(1c-89)を製造する工程である。本工程はヨウ化カリウム、ヨウ化テ トラブチルアンモニウム等のヨウ素化合物を触媒量加えて行うこともできる。本反応は 、窒素、アルゴン等の不活性気体の気流下または雰囲気下でも行うことができる。本 反応に用いる溶剤としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を 阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、1,2-ジメ トキシエタン、メチルーtーブチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、ジエチ ルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジシクロペンチルエーテ ル等のエーテル系溶剤、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素系溶剤、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノン等のアミド系溶剤、ジメチルスルホキシド またはこれらの混合溶剤等を用いることができ、好適には、テトラヒドロフランまたはN , N-ジメチルホルムアミドである。上記塩基とは、例えば、水素化ナトリウム、ポタシ ウム ビス(トリメチルシリル)アミド、水素化カリウムを意味するが、好適には、水素化 ナトリウムおよびポタシウム ビス(トリメチルシリル)アミドである。化合物(1c-88-1

)は、化合物(1c-88)に対して1~5当量を用いることができ、好適には、2~3当量を用いることができる。上記塩基は、化合物(1c-88)に対して1~5当量を用いることができ、好適には、2~3当量を用いることができる。上記ハイドロゲンフルオリド塩は、化合物(1c-88)に対して2~8当量を用いることができるが、好適には、3~5当量を用いることができる。

反応時間は、好適には、化合物(1c-88-1)のアニオン化反応の際、下記温度にて30~60分間撹拌し、当該混合物に化合物(1c-88)を加えた後、下記温度で1~12時間撹拌する。さらに反応混合物にハイドロゲンフルオリド塩を加えた後、下記温度で10~120分間撹拌する。

[アニオン化反応での反応温度]

塩基の添加時の温度は、0C〜室温であり、より好適には、0Cである。塩基添加後の温度は、0C〜70Cであり、より好適には、室温〜50Cである。

[アニオン化した化合物と化合物(1c-88)との反応での反応温度]

化合物 (1c-88) の添加時の温度は、0 \mathbb{C} \sim 室温であり、より好適には、0 \mathbb{C} である。化合物 (1c-88) 添加後の温度は、室温 \sim 100 \mathbb{C} である。

[ハイドロゲンフルオリド塩を加える反応での反応温度]

試薬の添加時の温度は、0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 2温であり、より好適には、0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0温度は、0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 2温であり、より好適には、室温である。

[0301] 「工程1-92]

本工程は、有機金属試薬と化合物(1c-90)との反応により生成するアニオン化した化合物とボロン酸エステルとを反応させ、続いてハイドロゲンフルオリド塩(ポタシウム ハイドロゲンフルオリドまたはソジウム ハイドロゲンフルオリド等)とを反応することにより化合物(1c-89)を製造する工程である。本工程は、溶剤中または化合物(1c-90)を溶剤として大量に用い、反応を行うことができる。また、本工程は塩基存在下行うことができる。本工程は、例えば、第5版実験化学講座18(20ページ~23ページ)、Tetrahedron Letters, Vol. 24, No. 31, pp. 3165-3168等、一般に用いられている方法を参考にして行うことができる。本反応は、窒素、アルゴン

等の不活性気体の気流下または雰囲気下でも行うことができる。本反応に用いる溶 剤としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないもので あれば、特に制限はないが、例えば、ヘプタン、ヘキサン等の脂肪炭化水素系溶剤 等を用いることができる。好適には化合物(1c-90)を溶剤として大量に用いる。上 記有機金属試薬とは、tーブチルリチウム、secーブチルリチウム等を意味するが、好 適には、secーブチルリチウムである。上記塩基とは、ポタシウム tーブトキシド、ポタ シウム secーブトキシド、ポタシウム メトキシド等を意味するが、好適には、ポタシウ ム tーブトキシドである。化合物(1c-90)と溶剤の混合物に、有機金属試薬を-7 $5\sim-60$ °C(好適には $-75\sim-70$ °C)で加え、次いで、 $-20\sim0$ °C(好適には-10 ~ -5 °C)で5 ~ 30 分間(好適には5 ~ 10 分間)攪拌する。次いで当該混合物に、ボ ロン酸エステルを $-75\sim-70$ °Cで加え、その後、当該混合物を10°C \sim 室温(好適 には室温)で10~60分間(好適には10~30分間)攪拌する。 当該混合物に、ハイド ロゲンフルオリド塩を0~5℃で加え、その後、水を同温度で加え、反応混合物を室 温に昇温することにより、化合物(1c-89)を得ることができる。好適には、化合物(1c-90)は上記有機金属試薬に対して溶媒量用いる。上記塩基は、上記有機金属試 薬に対して好適には、0.6~1当量を用いることができる。上記ボロン酸エステルは、 上記有機金属試薬に対して1~2当量を用いることができるが、好適には、1~1.8 当量を用いることができる。上記ハイドロゲンフルオリド塩は、上記ボロン酸エステル 化合物に対して3~10当量を用いることができるが、好適には、3~5当量を用いるこ とができる。

[0302] 「工程1-93]

本工程は、溶剤中、有機金属試薬と化合物(1c-91)との反応により生成するアニオン化した化合物とボロン酸エステル(トリイソプロピルボレート、トリメチルボレート、2 -イソプロポキシー4,4,5,5-テトラメチルー1,3,2-ジオキサボロラン等)とを反応させ、続いてハイドロゲンフルオリド塩(ポタシウム ハイドロゲンフルオリドまたはソジウム ハイドロゲンフルオリド等)とを反応させることにより化合物(1c-89)を製造する工程である。本反応は、窒素、アルゴン等の不活性気体の気流下または雰囲気下でも行うことができる。本反応に用いる溶剤としては、出発原料をある程度溶解する

ものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、1,2ージメトキシエタン、メチルーtーブチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジシクロペンチルエーテル等のエーテル系溶剤、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素系溶剤、ヘプタン、ヘキサン等の脂肪炭化水素系溶剤またはこれらの混合溶剤等を用いることができ、好適には、テトラヒドロフランである。上記有機金属試薬とは、例えば、nーブチルリチウム、secーブチルリチウム、メチルリチウム等を意味するが、好適には、nーブチルリチウムである。下記2つの手法で化合物(1c-89)を得ることができる。有機金属試薬と化合物(1c-91)とを反応させて生成するアニオンが不安定な場合等、(i)では反応が困難な場合は(ii)の手法が好ましい。

(i)溶剤中、有機金属試薬と化合物 (1c-91)とを $-75\sim-60^{\circ}$ (好適には $-75\sim-70^{\circ}$)で30~120分間 (好適には30~60分間) 攪拌する。次いで当該混合物に、ボロン酸エステルを $-75\sim-70^{\circ}$ で加え、その後、当該混合物を 0° ~室温 (好適には $0\sim5^{\circ}$)で $10\sim120$ 分間 (好適には $20\sim80$ 分間) 攪拌する。当該混合物に、ハイドロゲンフルオリド塩を $0\sim5^{\circ}$ で加え、その後、水を同温度で加え、反応混合物を室温に昇温することにより、化合物 (1c-89) を得ることができる。

(ii)溶剤中、ボロン酸エステルと化合物 (1c-89) の混合物に $-75\sim-60$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ (好適には $-75\sim-70$ $^{\circ}$)で有機金属試薬を加え、 $-75\sim5$ $^{\circ}$ (好適には $0\sim5$ $^{\circ}$)で10~120分間 (好適には $20\sim60$ 分間) 攪拌する。当該混合物に、ハイドロゲンフルオリド塩を $0\sim5$ で加え、その後、水を同温度で加え、反応混合物を室温に昇温することにより、化合物 (1c-89) を得ることができる。

上記有機金属試薬は、化合物(1c-91)に対して0.8~1.2当量を用いることができるが、好適には、1当量を用いることができる。上記ボロン酸エステルは、化合物(1c-91)に対して1~2当量を用いることができるが、好適には、1~1.2当量を用いることができる。上記ハイドロゲンフルオリド塩は、化合物(1c-91)に対して3~10当量を用いることができるが、好適には、3~5当量を用いることができる。

[0303] [製造方法2]化合物(2a)の代表的製造方法

[0304] [化57]

$$R^4$$
 N
 R^2
 $(2a)$

[0305] 〔式中、環A、R¹、R²、R³、R⁴およびZは前記定義と同意義を意味する。〕 [製造方法2-1-1]化合物(2a)の製造方法—1

[0306] [化58]

[0307] 〔式中、環A、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 およびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(2b)は、市販品から公知の方法で製造することができ、実施例中の製造例または[製造方法2-2-1]等に記載の方法で製造することもできる。

化合物(2c)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。さらに、実施例中の製造例または[製造方法2-3]等に記載の方法で製造することもできる。

[0308] 「工程2]

本工程は、化合物(2b)と化合物(2c)を、塩基存在下で反応させて化合物(2a)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、ナトリウム ハイドライド、カリウム tーブトキシド、ナトリウム エトキシド、トリエチルアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、などを用いることができる。化合物(2c)は化合物(2b)に対して1当量から5当量用いる。短店温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0309] [製造方法2-1-2]化合物(2a)の製造方法-2

[0310] [化59]

[0311] 〔式中、環A、 R^1 、 R^2 、 R^3 、HalおよびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1b-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(2d)は、市販品から公知の方法で製造することができ、実施例中の製造例または[製造方法2-4]等に記載の方法で製造することもできる

[0312] 「工程2-1]

本工程は、化合物(1b-1)を、パラジウム触媒存在下、化合物(2d)と反応させて 化合物(2a-1)を得る工程である。 良好な結果を得るため、塩化リチウムなどの無機 塩、テトラブチルアンモニウム クロリドなどのアンモニウム塩、ホスフィン配位子、ある いは銅試薬を加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程 度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、 例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシ レンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリ ジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用 いることができる。 パラジウム触媒としては、 パラジウム(II)アセテート、 トリス(ジベンジ リデンアセトン)ジパラジウム(O)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II) 、ジクロロビス(トリーoートリルホスフィン)パラジウム(II)、ビス(トリーtーブチルホスフ ィン) パラジウム(0)、テトラキス(トリフェニルホスフィン) パラジウム(0)、などを用いる ことができる。ホスフィン配位子としては、トリフェニルホスフィン、トリーoートリルホスフ ィン、トリーtーブチルホスフィン、などを用いることができる。銅試薬としては、ヨウ化銅 (I)、臭化銅(I)、塩化銅(I)、などを用いることができる。化合物(2d)は化合物(1b-1)に対して1当量から3当量用いる。パラジウム触媒は化合物(1b-1)に対して0.0 1当量から0.3当量用いる。ホスフィン配位子は化合物(1b-1)に対して0.01当量

から1.2当量用いる。銅試薬は化合物(1b-1)に対して0.1当量から3当量用いる。塩化リチウムなどの無機塩、あるいはテトラブチルアンモニウム クロリドなどのアンモニウム塩は化合物(1b-1)に対して、1当量から3当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

[0313] [製造方法2-1-3]化合物(2a)の製造方法-3

[0314] [化60]

[0315] 〔式中、環A、Hal、L、 R^1 、 R^2 および R^{33} は前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(2b-1)は、市販品から公知の方法で製造することができ、実施例中の製造例または[製造方法2-2-1]等に記載の方法で製造することもできる。化合物(2c-1)は、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(1c-85-1)、(1c-85-2)および(1c-85-3)は、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0316] [工程2-2]

本工程は、化合物(2b-1)と化合物(2c-1)を、塩基存在下で反応させて化合物(2a-2)を得る工程である。[工程2]と同様の方法で化合物(2a-2)を製造することができる。

[0317] [工程2-3]

本工程は、化合物(1c-85-1)あるいは化合物(1c-85-2)と化合物(2a-2)をパラジウム触媒および塩基存在下で反応させて化合物(2a-3)を得る工程である。[工程1-88]と同様の方法で化合物(2a-3)を製造することができる。

[0318] 「工程2-4]

本工程は、化合物(1c-85-3)と化合物(2a-2)をパラジウム触媒存在下で反応させて化合物(2a-3)を得る工程である。[工程1-89]と同様の方法で化合物(2a-3)を製造することができる。

[0319] [製造方法2-2-1]化合物(2b)の製造方法-1

[0320] [化61]

[0321] 〔式中、 R^1 、 R^2 およびHalは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(2b-2)は、市販品をそのまま用いることができる。化合物(1b-1)は、市 販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

[0322] [工程2-5]

本工程は、化合物(2b-2)を、塩基存在下でクロロトリフェニルメタンと反応させて、化合物(2b-3)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、トリエチルアミン、ナトリウム ハイドライド、カリウム tーブトキシド、炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、などを用いることができる。塩基は化合物(2b-2)に対して1当量から4当量用いる。クロロトリフェニルメタンは化合物(2b-2)に対して1当量から4当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は1時間から24時間である。

[0323] 「工程2-6]

本工程は、化合物(2b-3)を、パラジウム触媒および塩基の存在下、ボロン酸誘導体と反応させて化合物(2b-4)を得る工程である。良好な結果を得るため、ホスフィン配位子を加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度

溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例 えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエ ン、などの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジ ノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用い ることができる。 パラジウム触媒としては、パラジウム(II)アセテート、トリス(ジベンジリ デンアセトン)ジパラジウム(0)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)、 ビス(トリーtーブチルホスフィン)パラジウム(O)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パ ラジウム(0)、1、1'—ビス(ジフェニルホスフィノフェロセン)ジクロロパラジウム(II)、 などを用いることができ、より好ましくは、1,1'―ビス(ジフェニルホスフィノフェロセン)ジクロロパラジウム(II)を用いる。塩基としては、酢酸カリウム、トリエチルアミン、N, N-ジイソプロピルエチルアミン、カリウム フェノキシド、炭酸カリウム、などを用いる ことができ、より好ましくは酢酸カリウムを用いる。ボロン酸誘導体としては、ビス(ピナ $\neg \nu - \nu = 1$ $\neg \nu = 1$ 用いることができる。ホスフィン配位子としては、トリフェニルホスフィン、トリーtーブチ ルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、ジフェニルホスフィノフェロセン、2ージシ クロヘキシルホスフィノビフェニル、などを用いることができる。パラジウム触媒は化合 物(2b-3)に対して0.01当量から0.3当量用いる。塩基は化合物(2b-3)に対し て1当量から10当量用いる。ボロン酸誘導体は化合物(2b-3)に対して1当量から3 . 0当量用いる。ホスフィン配位子は化合物(2b-3)に対して0. 01当量から1. 2当 量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間で ある。

また、以下の別法(1)に記載の方法で、化合物(2b-3)から化合物(2b-4)を得ることができる。

[0324] 別法(1):化合物(2b-3)の臭素原子を、有機金属試薬を用いてアニオンとした後、ボロン酸エステルと反応させることにより、化合物(2b-4)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、などの芳香族炭化水素系溶媒、

へキサン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。有機金属試薬としては、nーブチルリチウム、sーブチルリチウム、tーブチルリチウムなどを用いることができる。ボロン酸エステルとしては、2ーメトキシー4, 4, 5, 5ーテトラメチルー[1, 3, 2]ージオキサボロラン、トリメチルボレート、トリイソプロピルボレート、などを用いることができる。ボロン酸エステルとしてトリメチルボレート、トリイソプロピルボレートを用いる場合に生成する(1ートリフェニルメチル)ーピラゾールー4ーイル ボロン酸は、文献(Jour nal of Heterocyclic Chemistry, Vol. 41, No. 6, 931-939.)に準じて、ボロン酸 ピナコールエステルに変換して、化合物(2b-4)を得ることができる。有機金属試薬は化合物(2b-3)に対して1当量から1.5当量用いる。ボロン酸エステルは化合物(2b-3)に対して1当量から1.5当量用いる。アニオン化反応の反応温度は一90℃からー60℃であり、反応時間は10分間から24時間である。ボロン酸エステルとの反応温度は一78℃から0℃であり、反応時間は10分間から12時間である。

なお、本反応において、ボロン酸エステルとしてトリメチルボレート、トリイソプロピルボレートを用いる場合に生成する(1ートリフェニルメチル)ーピラゾールー4ーイルボロン酸は、[工程2-7]の基質として化合物(2b-4)の替わりに用いることもできる

[0325] 「工程2-7]

本工程は、化合物(2b-4)を、パラジウム触媒および塩基の存在下、化合物(1b-1)と反応させて化合物(2b-5)を得る工程である。良好な結果を得るため、ホスフィン配位子を加えることもできる。また。テトラブチルアンモニウム ブロミド、テトラブチルアンモニウム クロリドなどの4級アンモニウム塩を、化合物(2b-4)に対して0.1から2当量加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、などの芳香族炭化水素系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド、水、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。パラジウム触媒とし

ては、パラジウム(II)アセテート、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)、ビス(トリーtーブチルホスフィン)パラジウム(0)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、1,1'ービス(ジフェニルホスフィノフェロセン)ジクロロパラジウム(II)、などを用いることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、フッ化セシウム、リン酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、などを用いることができる。ホスフィン配位子としては、トリフェニルホスフィン、トリーtーブチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、ジフェニルホスフィノフェロセン、2ージシクロヘキシルホスフィノビフェニル、などを用いることができる。パラジウム触媒は化合物(2b-4)に対して0.01当量から0.3当量用いる。塩基は化合物(2b-4)に対して1.5当量から10当量用いる。化合物(1b-1)は化合物(2b-4)に対して1.0当量から3.0当量用いる。ホスフィン配位子は化合物(2b-4)に対して0.01当量から1.2当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0326] 「工程2-8]

本工程は、化合物(2b-5)のトリフェニルメチル基を酸性条件下で脱保護して化合物(2b-1)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、などの芳香族炭化水素系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、塩化メチレン、水、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。酸としては塩酸、硫酸、臭化水素酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸などを用いることができる。酸は化合物(2b-5)に対して2当量から溶媒量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0327] [製造方法2-2-2]化合物(2b)の製造方法-2

[0328] [化62]

[0329] 〔式中、 R^1 、 R^2 およびHal前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(2b-6)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(2b-4)は[製造方法2-2-1]に記載の方法を用いて製造することができる。

[0330] 「工程2-9]

本工程は、化合物(2b-6)のピリジン環上の水素原子をハロゲン原子に置換して化合物(2b-7)を得る工程である。[工程1-11]と同様の方法で化合物(2b-7)を製造することができる。

「0331] 「工程2-10]

本工程は、化合物 (2b-7)をパラジウム触媒および塩基存在下、化合物 (2b-4)と反応させて化合物 (2b-8)を得る工程である。[工程2-7]と同様の方法で化合物 (2b-8)を製造することができる。但し、化合物 (2b-4) は化合物 (2b-7) に対して 1当量から1. 2当量用いる。

「0332] 「工程2-11]

本工程は、化合物(2b-8)のトリフェニルメチル基を酸性条件下で脱保護して化合物(2b-9)を得る工程である。[工程2-8]と同様の方法で化合物(2b-9)を製造することができる。

[0333] 「製造方法2-3]化合物(2c)の製造方法

[0334] [化63]

HO
$$Z R^3$$
 [step2-12] $Z R^3$ (2c)

[0335] 〔式中、環A、L、R³およびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(1c-3)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。さらに、実施例中の製造例または[製造方法1-3-1]等に記載

の方法で製造することもできる。

[0336] [工程2-12]

本工程は、化合物(1c-3)の水酸基を脱離基に変換することにより化合物(2c)を得る工程である。「工程1-32]と同様の方法で化合物(2c)を得ることができる。

[0337] [製造方法2-4]化合物(2d)の製造方法

[0338] [化64]

[0339] 〔式中、環A、L、R³およびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(2c)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。さらに、実施例中の製造例または[製造方法2-3]等に記載の方法で製造することもできる。化合物(2b-2)は、市販品をそのまま使用することができる。

[0340] 「工程2-13]

本工程は、化合物(2c)と化合物(2b-2)を反応させて化合物(2d-1)を得る工程である。「工程2〕と同様の方法で化合物(2d-1)を製造することができる。

[0341] 「工程2-14]

本工程は、化合物(2d-1)を、パラジウム触媒下、ヘキサ(n-ブチル)ジチンと反応させて、化合物(2d)を得る工程である。良好な結果を得るため、ホスフィン配位子を本反応に加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。パラジウム触媒としては、パラジウム(II)アセテート、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)、ジクロロビス(トリーoートリルホスフィン)パラジウム(II)、

ィン) パラジウム(0)、などを用いることができる。ホスフィン配位子としては、トリフェニルホスフィン、トリーoートリルホスフィン、などを用いることができる。ヘキサ(nーブチル) ジチンは化合物(2d-1)に対して1当量から10当量用い、好ましくは3等量から5当量用いる。パラジウム触媒は化合物(2d-1)に対して0.01当量から0.3当量用いる。ホスフィン配位子は化合物(2d-1)に対して0.01当量から1.2当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

また、以下の別法(1)に記載の方法で、化合物(2d-1)から化合物(2d)を得ることができる。

[0342] 別法(1):化合物(2d-1)の臭素原子を、有機金属試薬を用いてアニオンとした後、トリ(n-ブチル)チンクロリドと反応させることにより、化合物(2d)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、などの芳香族炭化水素系溶媒、ヘキサン、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。有機金属試薬としては、n-ブチルリチウム、s-ブチルリチウム、t-ブチルリチウムなどを用いることができる。有機金属試薬は化合物(2d-1)に対して1当量から1.5当量用いる。トリ(n-ブチル)チンクロリドは化合物(2d-1)に対して1当量から1.5当量用いる。アニオン化反応の反応温度は-90℃から-60℃であり、反応時間は10分間から24時間である。トリ(n-ブチル)チンクロリドとの反応温度は-78℃から0℃であり、反応時間は10分間から12時間である。

[0343] 「製造方法3]化合物(3a)の代表的製造方法

[0344] [化65]

[0345] 〔式中、環A、R¹、R²、R³およびZは前記定義と同意義を意味する。〕 「製造方法3-1]化合物(3a)の製造方法

[0346] [化66]

[0347] 「式中、環A、 R^1 、 R^2 、 R^3 およびZは前記定義と同意義を意味する。」

化合物(3b)は、市販品から公知の方法で製造することもでき、実施例中の製造例または[製造方法3-2]等に記載の方法で製造することもできる。

化合物(3c)は、市販品から公知の方法で製造することもでき、実施例中の製造例または[製造方法3-3]等に記載の方法で製造することもできる。

[0348] [工程3]

本工程は、化合物(3b)と化合物(3c)とを反応させて化合物(3a)を得る工程である。[工程1-8]と同様の方法で化合物(3a)を製造することができる。

[0349] [製造方法3-2]化合物(3b)の製造方法

[0350] [化67]

[0351] 〔式中、R¹およびR²は前記定義と同意義を意味し、R^{2a}は水素原子および—NHR^{2b}を意味する。R^{2b}はtーブトキシカルボニル基およびtーブチルカルボニル基等の保護基を意味する。〕

化合物(3b-1)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(2b-1)は、市販品をそのまま用いることができる。

[0352] [工程3-1]

本工程は、化合物(3b-1)を、塩基および銅触媒の存在下、化合物(2b-1)と反応させて化合物(3b-2)を得る工程である。収率を向上させるために銅リガンドを加えてもよい。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノンなどのア

ミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。本反応に用いる塩基としては、炭酸カリウム、炭酸セシウム、リン酸カリウム、カリウム tーブトキシド、ナトリウムtーブトキシド、などを用いることができる。銅触媒としては、ヨウ化銅(I)、臭化銅(I)、塩化銅(I)、など用いることができる。銅リガンドとしては、1,2ーシクロヘキサンジアミン、N,Nージメチルーシクロヘキサンー1,2ージアミン、1,10ーフェナントロリン、など用いることができる。化合物(2b-1)は化合物(3b-1)に対して1当量から5当量用いる。塩基は化合物(3b-1)に対して1当量から5当量用いる。銅触媒は化合物(3b-1)に対して0.01当量から0.3当量用いる。銅リガンドは銅触媒に対して1当量から3当量用いる。反応温度は50℃から還流温度であり、反応時間は30分間から48時間である。

[0353] [工程3-2]

本工程は、化合物(3b-2)に酸を作用させてアミン部位の脱保護を行うことにより 化合物(3b)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度 溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例 えば、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、水、またはこれらの混合溶媒 などを用いることができる。酸としては塩酸、硫酸、臭化水素酸などの無機酸、トリフ ルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸などの有機酸などを用いることができる。酸は化 合物(3b-2)に対して2当量から溶媒量用いる。反応温度は室温から還流温度であ り、反応時間は30分から72時間である。

[0354] [製造方法3-3]化合物(3c)の製造方法

[0355] [化68]

$$\begin{array}{c|c} L & \xrightarrow{A} & \xrightarrow{R^3} & \xrightarrow{\text{Istep3-3]}} & \xrightarrow{\text{n-Bu}} & \xrightarrow{\text{N-Bu}} & \xrightarrow{\text{A}} & \xrightarrow{\text{Z}} & \\ & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & &$$

[0356] 〔式中、環A、L、R³およびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(2c)は、市販品から公知の方法で製造することができ、実施例中の製造例または[製造方法2-3]等に記載の方法で製造することもできる。

[0357] 「工程3-3]

本工程は、化合物(2c)と、トリブチルチン-アニオンと反応させて、化合物(3c)を

得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。反応に用いるトリブチルチンーアニオンは、有機金属試薬とトリブチルチン ハイドライドを反応させて合成できる。有機金属試薬としては、リチウム ジイソプロピルアミド、イソプロピル マグネシウム クロリド、メチル マグネシウム ヨージド、などを用いることができる。トリブチルチン ハイドライドは化合物(2c)に対して1当量から2当量用いる。有機金属試薬はトリブチルチン ハイドライドに対して1当量から1.5当量用いる。反応温度は一78℃から室温であり、反応時間は10分間から12時間である。

[0358] [製造方法4]化合物(4a)の代表的製造方法

[0359] [化69]

[0360] 〔式中、環A、R²、R³およびZは前記定義と同意義を意味する。〕 [製造方法4-1]化合物(4a)の製造方法

[0361] [化70]

[0362] 〔式中、環A、R³およびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(4a-1)は、市販品から公知の方法で製造することができ、実施例中の製造例または「製造方法4-2]等に記載の方法で製造することもできる。

[0363] 「工程4]

本工程は、化合物(4a-1)の塩素原子を水素原子に置換して化合物(4a)を得る工程である。化合物(4a-1)を、パラジウム触媒、塩基、および水素源の存在下、反応させることにより化合物(4a)を得ることができる。良好な結果を得るためホスフィン配位子を加えることもできる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶

解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例え ば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシレン などの芳香族炭化水素系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノ ンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いる ことができる。 パラジウム触媒としては、例えば、ビス(トリーtーブチルホスフィン)パラ ジウム(0)、パラジウム(II)アセテート、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(O)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)、またはトリス(ジベンジリデン アセトン)ジパラジウム(0)などを用いることができる。 塩基としては、例えば、トリエチ ルアミンまたはN. Nージイソプロピルエチルアミンなどを用いることができる。 水素源 としては、例えば、ギ酸、ギ酸カリウム、ギ酸ナトリウム、ギ酸リチウム、ギ酸アンモニウ ムなどを用いることができる。ホスフィン配位子としては、トリフェニルホスフィン、トリー oートリルホスフィン、トリーtーブチルホスフィン、などを用いることができる。 パラジウ ム触媒は化合物(4a-1)に対して0.01当量から0.3当量用いる。塩基は化合物(4a-1) に対して2当量から5当量用いる。水素源は化合物(4a-1) に対して1当量か ら5当量用いる。ホスフィン配位子は化合物 (4a-1) に対して0.01 当量から1.2 当 量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は30分間から24時間で ある。

[0364] [製造方法4-2]化合物(4a-1)の製造方法

[0365] [化71]

[0366] 〔式中、環A、R3およびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(4b-1)は、市販品をそのまま用いることができる。化合物(4c)は、市販品から公知の方法で製造することができ、実施例中の製造例または[製造方法4-3]等に記載の方法で製造することもできる。

[0367] [工程4-1]

本工程は、化合物(4b-1)を、塩基存在下、ヒドロキシルアミンもしくはヒドロキシル

アミン塩酸塩と反応させることにより、化合物(4b-2)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、塩化メチレン、水などを用いることができ、塩基を溶媒として用いることもできる。塩基としては、ピリジン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、酢酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムなどを用いることができる。ヒドロキシアミンもしくはヒドロキシアミン塩酸塩は化合物(4b-1)に対して1当量から10当量用いる。塩基は化合物(4b-1)に対して1当量から溶媒量用いることができる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0368] [工程4-2]

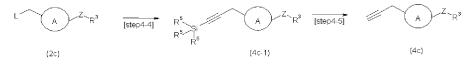
本工程は、化合物(4b-2)を塩素化剤と反応させることにより、化合物(4b-3)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、メタノール、エタノールなどのアルコール系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、塩化メチレン、水、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩素化剤としては、Nークロロスクシンイミド、次亜塩素酸ナトリウム、塩素、などを用いることができる。塩素化剤は化合物(4b-2)に対し2当量から5当量用いることができる。反応温度は0℃から室温であり、反応時間は10分間から24時間である。

[0369] 「工程4-3]

本工程は、化合物(4b-3)と化合物(4c)を反応させて化合物(4a-1)を得る工程である。[工程1]と同様の方法で化合物(4a-1)を製造することができる。

[0370] [製造方法4-3]化合物(4c)の製造方法

[0371] [化72]



[0372] 〔式中、環A、 R^3 、 R^5 、 R^6 、LおよびZは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(2c)は、市販品から公知の方法で製造することができ、実施例中の製造例または[製造方法2-3]等に記載の方法で製造することもできる。

[0373] 「工程4-4]

本工程は、化合物(2c)とエチニルシラン誘導体を反応させ化合物(4c-1)を得る工程である。エチニルシラン誘導体とグリニャール試薬とを反応させてできるエチニルーグリニャール試薬と化合物(2c)とを反応させることにより、化合物(4c-1)を得ることができる。良好な結果を得るために、臭化銅(I)、ヨウ化銅(I)などの銅試薬を添加しても良い。エチニルシラン誘導体としては、例えば、トリメチルシリルアセチレン、トリエチルシリルアセチレン、トリイソプロピルシリルアセチレン、tーブチルジメチルシリルアセチレンなどを用いることができる。グリニャール試薬としては、エチルマグネシウムブロミド、イソプロピルマグネシウムクロリド、などのアルキルマグネシウムハライドを用いることができる。エチニルシラン誘導体は化合物(2c)に対して1当量から3当量用いることができる。グリニャール試薬は化合物(2c)に対して1当量から3当量用いることができる。例に対して0.1当量から3

[0374] 「工程4-5]

本工程は、化合物 (4c-1) のトリメチルシリル基を脱保護して化合物 (4c) を得る工程である。「工程1-2]と同様の方法で化合物 (4c) を製造することができる。

[0375] 「製造方法5]化合物(5a)の代表的製造方法

[0376] [化273]

$$R^4$$
 R^2 R^3 $(5a)$

[0377] 〔式中、R¹、R²、R³、R⁴、XおよびYは前記定義と同意義を意味する。〕[製造方法5-1]化合物(5a)の製造方法

[0378] [化274]

[0379] [式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、XおよびYは前記定義と同意義を意味する。]

化合物(5a-1)は、実施例中の製造例または[製造方法5-2]等に記載の方法で製造することができる。化合物(1c-10-1)および化合物(1c-10-2)は、市販品をそのまま用いることができ、市販品から公知の方法で製造することもできる。

「0380] 「工程5-1]

本工程は、化合物(5a-1)に1当量の塩基を加え、フェノキシドイオンとし、次いで化合物(1c-10-2)を反応させて、化合物(5a)を得る工程である。

フェノキシドイオンの生成:テトラヒドロフラン、メタノールなどの溶媒中、化合物(5a-1)に1当量の塩基を加えることによりフェノキシドイオンを得ることができる。塩基としては、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、カリウム tーブトキシド、などを用いることができ、より好ましくは水酸化ナトリウムを用いる。好ましくは、用いた溶媒を濃縮して次の反応に用いる。反応温度は室温であり、反応時間は5分間から1時間である。

[0381] フェノキシドイオンと化合物(1c-10-2)との反応:溶媒中、フェノキシドイオンと化合物(1c-10-2)を反応させて、化合物(5a)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノン、ヘキサメチルリン酸アミド、などのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。化合物(1c-10-2)は化合物(5a-1)に対して1当量から3当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

また、以下の別法(1)に記載の方法で、化合物(5a-1)から化合物(5a)を得ることができる。

[0382] 別法(1):化合物(5a-1)を、塩基存在下で化合物(1c-10-2)と反応させて、

化合物(5a)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシド、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩基としては、ナトリウム ハイドライド、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸セシウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、などを用いることができる。良好な結果を得るため、触媒量のヨウ化ナトリウムまたはヨウ化カリウム、あるいはテトラブチルアンモニウム ヨージドを添加してもよい。塩基は化合物(5a-1)に対して1当量から5当量用いる。反応温度は室温から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

[0383] [工程5-2]

本工程は、化合物(5a-1)と化合物(1c-10-1)とを反応させて化合物(5a)を得る工程である。[工程1-37]と同様の方法で化合物(5a)を製造することができる。

[0384] [製造方法5-2]化合物(5a-1)の製造方法

[0385] [化75]

$$R^4$$
 R^4
 R^2
 $(5a-2)$
 R^4
 R^4
 R^4
 R^4
 R^4
 R^4
 R^4
 R^4
 R^2
 R^4
 R^4
 R^2
 R^4
 R

[0386] 〔式中、 R^1 、 R^2 、 R^4 、XおよびYは前記定義と同意義を意味する。〕

化合物(5a-2)は、実施例中の製造例または[製造方法1]、[製造方法2]、[製造方法3]および[製造方法4]等に記載の方法で製造することができる。

[0387] [工程5-3]

本工程は、化合物(5a-2)に酸を作用させることにより、化合物(5a-1)を得る工程である。より良好な結果を得るために反応系中にチオアニソールなどの添加剤を加えてもよい。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、好ましくは、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、塩化メチレン、トリフルオロ酢酸、

などを用いることができる。酸としてはトリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸などの有機酸、硫酸などの無機酸、ボロントリフルオリドジエチル エーテレートなどのルイス酸、を用いることができる。添加剤としては、チオアニソール、エタンチオール、dlーメチオニンなどを用いることができる。酸は化合物(5a-2)に対し1当量から溶媒量用いる。添加剤は化合物(5a-2)に対し1当量から5当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から72時間である。

また、以下の別法(1)に記載の方法で、化合物(5a-2)から化合物(5a-1)を得ることができる。

[0388] 別法(1):化合物(5a-2)と三臭化ホウ素あるいは三塩化ホウ素を反応させることにより、化合物(5a-1)を得ることができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、好ましくは塩化メチレンを用いる。三臭化ホウ素、三塩化ホウ素は化合物(5a-2)に対し1当量から5当量用いる。反応温度は-78℃から室温であり、反応時間は30分間から24時間である。

[0389] [製造方法6-1]化合物(1a)のハロゲン修飾体の製造方法-1

[0390] [化76]

[0391] [式中、環A、Z、Hal、 R^1 および R^3 は前記定義と同意義を意味する。 R^{39} は水素原子あるいはC アルキル基を意味する。]

化合物(6a-2)は、[製造方法1]に記載の方法により製造することができる。

[0392] [工程6-1]

本工程は、化合物(6a-2)のピリジン環上の水素原子をハロゲン原子に置換して化合物(6a-1)を得る工程である。[工程1-11]と同様の方法で化合物(6a-1)を製造することができる。

[0393] [製造方法6-2]化合物(1a)のハロゲン修飾体の製造方法-2

[0394] [化77]

[0395] [式中、環A、Z、Hal、 R^2 および R^3 は前記定義と同意義を意味する。 R^{40} は水素原子あるいは C_{1-6} アルキル基を意味する。]

化合物(6a-4)は、[製造方法1]に記載の方法により製造することができる。

[0396] [工程6-2]

本工程は、化合物(6a-4)のピリジン環上の水素原子をハロゲン原子に置換して化合物(6a-3)を得る工程である。[工程1-11]と同様の方法で化合物(6a-3)を製造することができる。

[0397] [製造方法7]化合物(1a)のハロゲン修飾体の製造方法-3

[0398] [化78]

[0399] [式中、環A、Hal、 R^3 、 R^5 、 R^6 およびZは前記定義と同意義を意味する。]

化合物(7a-1)は、市販をそのまま用いることができる。化合物(1c-1)は市販品から公知の方法で製造することができ、実施例中の製造例または「製造方法1-3-1]などに記載の方法を用いて製造することができる。

[0400] [工程7-1]

本工程は、化合物(7a-1)のピリジン環上の水素原子をハロゲン原子に置換して化合物(7a-2)を得る工程である。[工程1-11]と同様の方法で化合物(7a-2)製造することができる。

[0401] [工程7-2]

本工程は、化合物 (7a-2)とエチニルシラン誘導体とを反応させて化合物 (7a-3) を得る工程である。 [工程1-1]と同様の方法で化合物 (7a-3) を製造することがで

きる。

[0402] [工程7-3]

本工程は、化合物(7a-3)を塩基と反応させることにより化合物(7a-4)を得る工程である。[工程1-2]と同様の方法で化合物(7a-4)を製造することができる。

[0403] 「工程7-4]

本工程は、化合物(7a-4)と化合物(1c-1)を塩基存在下で反応させて化合物(7a)を得る工程である。[工程1]と同様の方法で化合物(7a)を製造することができる。

[0404] [製造方法8]化合物(1a)のアミノ基修飾体の製造方法-1

[0405] [化79]

[0406] 〔式中、環A、 R^2 、 R^3 、 R^4 、X、YおよびZは前記定義と同意義を意味する。 R^{35} は水素原子、C アルキル基、EドロキシC アルキル基、C アルコキシカルボニル基、C アルコキシC アルコキシC アルキル基、を意味する。〕

化合物(8a-1-1)は、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(8a-1)は[製造方法1]等に記載の方法で製造することができる。

[0407] [工程8]

本工程は、化合物(8a-1)と化合物(8a-1-1)を還元剤の存在下で反応させて 化合物(8a)を得る工程である。本工程は、酢酸または塩酸などの酸を触媒量から溶 媒量加えて行うことができる。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度溶 解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例え ば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン などの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリジノ ンなどのアミド系溶媒、メタノール、エタノールなどアルコール系溶媒、塩化メチレン、 クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素系溶媒、1, 2-ジクロロエタン、水、酢酸また はこれらの混合溶媒などを用いることができ、好ましくはN, N-ジメチルホルムアミド と酢酸の混合溶媒を用いる。本反応に用いる還元剤としては α ーピコリンボラン、ピリジンーボラン、ソジウム シアノボロハイドライド、ソジウム トリアセトキシボロハイドライドなどを用いることができ、好ましくは α ーピコリンボランを用いる。化合物(8a-1-1)は化合物(8a-1)に対して1当量から5当量用いることができ、好ましくは1当量から1.5当量用いる。還元剤は化合物(8a-1)に対して0.5当量から5当量用いることができ、好ましくは1当量から1.5当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

[0408] 「製造方法9]化合物(1a)のアミノ基修飾体の製造方法-2

[0409] [1/280]

[0410] 〔式中、環A、 R^2 、 R^3 、 R^4 、X、YおよびZは前記定義と同意義を意味し、 R^{36} は C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基を意味する。〕

化合物(8a-1-2)、化合物(8a-1-3)および化合物(8a-1-4)は、市販品を そのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(8a-1)は「製造方法1]等に記載の方法で製造することができる。

[0411] 「工程9-1]

本工程は、化合物(8a-1-2)あるいは化合物(8a-1-3)を化合物(8a-1)と 塩基存在下で反応させ、化合物(9a)を得る工程である。本反応に用いる溶媒として は、出発原料をある程度溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば 、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル 系溶媒、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルホルム アミド、N-メチルピロリジノンなどのアミド系溶媒、塩化メチレン、クロロホルムなどの ハロゲン化炭化水素系溶媒、またはこれらの混合溶媒などを用いることができる。塩 基としては、トリエチルアミン、ピリジン、炭酸カリウムなどを用いることができる。反応を 促進するために、触媒量の4-ジメチルアミノピリジンを加えることもできる。化合物(8 a-1-2)あるいは化合物(8a-1-3)は化合物(8a-1)に対して1当量から5当量用いることができ、好ましくは1当量から1.5当量用いる。塩基は化合物(8a-1)に対して0.5当量から溶媒量用いることができ、好ましくは1当量から1.5当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間から48時間である。

[0412] 「工程9-2]

本工程は、化合物(8a-1)と化合物(8a-1-4)を縮合剤の存在下で反応させ、 化合物(9a)を得る工程である。本反応に用いる溶媒としては、出発原料をある程度 溶解するものであり、かつ、反応を阻害しないものであれば、特に制限はないが、例 えば、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素系溶媒、テトラヒドロフラン 、1, 4-ジオキサンなどのエーテル系溶媒、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチ ルピロリジノンなどのアミド系溶媒、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド系溶媒、 酢酸エチルなどのエステル系溶媒、またはこれらの混合溶媒などを用いることができ る。縮合剤としては、Bop(1H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ(トリ(ジメチルアミノ))ホスホニウム ヘキサフルオロホスフェート)、WSC(1-エチル-3 - (3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド・塩酸塩)、DCC(N, N-ジシクロヘキ シルカルボジイミド)などを用いることができる。反応を促進するために、触媒量の4-ジメチルアミノピリジンを加えることもできる。また、本工程は、トリエチルアミンなどの 塩基を1当量から5当量加えて行うこともできる。化合物(8a-1-4)は化合物(8a-1) に対して1当量から3当量用いることができ、好ましくは1当量から1.5当量用いる 。縮合剤は化合物(8a-1)に対して1当量から3当量用いることができ、好ましくは1 当量から1.5当量用いる。反応温度は0℃から還流温度であり、反応時間は10分間 から48時間である。

[0413] [製造方法10]化合物(1a)のアミノ基修飾体の製造方法-3

[0414] [化81]

[0415] 〔式中、環A、 R^3 、 R^4 、X、YおよびZは前記定義と同意義を意味する。 R^{37} は水素原子、ハロゲン原子、 $R^{12}-(CO)-NH-(R^{12}$ が C_{1-6} アルキル基または、 C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基)、 C_{1-6} アルキル基、ヒドロキシ C_{1-6} アルキル基、シアノ C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシを意味する。 C_{1-6} アルコキシを意味する。 C_{1-6} アルコキンよび C_{1-6} アルキル基を意味する。〕

化合物(10a-1-1)は、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法で製造することもできる。化合物(10a-1)は[製造方法1]等に記載の方法により製造することができる。

[0416] 「工程10]

本工程は、化合物(10a-1)と化合物(10a-1-1)を還元剤の存在下で反応させて化合物(10a)を得る工程である。[工程8]と同様の方法で化合物(10a)を製造することができる。

実施例

- [0417] 本発明に係る化合物は、例えば以下の製造例および実施例に記載した方法により 製造することができる。ただし、これらは例示的なものであって、本発明に係る化合物 は如何なる場合も以下の具体例に限定されるものではない。
- [0418] [実施例1]3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル) -ピリジン-2-イルアミン

[0419] [化82]

製造例1-1-3に記載の4-ベンジルオキシーフェニルーアセトヒドロキシモイル クロリド (1. 2g、4. 4mmol)とテトラヒドロフラン (34mL)の混合物に、0℃で製造例1 -2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン (260mg、2. 2mmol)とトリ エチルアミン (3. 0mL、22mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物に室 温で水を加え、酢酸エチルーテトラヒドロフラン (2:1)で抽出した。有機層を飽和食 塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(240mg、15%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.00(2H,s), 5.05(2H,s), 5.41(2H,s), 6.24(1 H,s), 6.71(1H,dd,J=4.9,7.6Hz), 6.93-6.97(2H,m), 7.18-7.22(2H,m), 7.31-7.4 4(5H,m), 7.70(1H,dd,J=1.7,7.6Hz), 8.13(1H,dd,J=1.8,4.9Hz).

出発物質4-ベンジルオキシーフェニル-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の 方法で合成した。

[0420] [製造例1-1-1]1-ベンジルオキシ-4-((E)-2-ニトロービニル)-ベンゼン

[0421] [化83]

4ーベンジルオキシベンズアルデヒド(1.0g、4.7mmol)、ナトリウムメトキシド(28%メタノール溶液、150 μ L、0.74mmol)、およびメタノール(10mL)の混合物に、0℃でニトロメタン(330 μ L、6.1mmol)とナトリウムメトキシド(28%メタノール溶液、1.0mL、4.9mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物を0℃に冷却し、同温で5N 塩酸水溶液(20mL)を加えた。反応混合物を室温で15分間攪拌した。析出した固体をろ取し、標記化合物(1.2g、100%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.20(2H,s), 7.10-7.14(2H,m), 7.32-7.48(5H,m), 7.82-7.85(2H,m), 8.12(2H,dd,J=13.5,18.2Hz).

[0422] 「製造例1-1-2]1-ベンジルオキシ-4-(2-ニトローエチル)-ベンゼン

[0423] [化84]

製造例1-1-1に記載の1-ベンジルオキシ-4-((E)-2-ニトロービニル)-

ベンゼン(1.0g、3.9mmol)、酢酸(1mL)、およびジメチルスルホキシド(17mL)の混合物に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(250mg、6.3mmol)を加えた。室温で40分間攪拌し、反応混合物に水を加えた。反応混合物を酢酸エチルと水に分配した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(710mg、70%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.26(2H,t,J=7.2Hz), 4.56(2H,t,J=7.2Hz), 5. 04(2H,s), 6.92(2H,d,J=8.4Hz), 7.11(2H,d,J=8.8Hz),7.30-7.42(5H,m).

[0424] [製造例1-1-3]4-ベンジルオキシーフェニルーアセトヒドロキシモイル クロリド [0425] [化85]

製造例1-1-2に記載の1-ベンジルオキシー4-(2-ニトローエチル)ーベンゼン(340mg、1.3mmol)とメタノール(5mL)の混合物に、室温でリチウムメトキシド(100mg、2.6mmol)を加え、室温で15分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣に塩化メチレン(4mL)とテトラヒドロフラン(2mL)を加えた。反応混合物に-78℃でチタニウム(IV)クロリドを加え、0℃で50分間攪拌した。反応混合物を-78℃に冷却後、水(5mL)を加え、徐々に室温まで昇温させた。反応混合物を酢酸エチルと水に分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(310mg、84%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):3.83(2H,s), 5.07(2H,s), 6.94-6.98(2H,m), 7.17-7.21(2H,m), 7.32-7.44(5H,m).

出発物質3-エチニルーピリジン-2-イルアミンは以下の方法で合成した。

105

[0426] [製造例1-2-1]3-ヨードーピリジン-2-イルアミン

[0427] [化86]

製造例39-1-2に記載のN-(3-ヨードーピリジン-2-イル)-2、2-ジメチループロピオナミド(66.2g、218mmol)、5N 水酸化ナトリウム水溶液(200mL)、メタノール(200mL)の混合物を加熱還流下、1時間20分間撹拌した。反応溶液を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。水層を酢酸エチルで3回抽出した。有機層を合わせ、飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムをろ過で除き、その溶媒を減圧下濃縮して標記化合物(41.2g、85.9%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) 6 0 (ppm):6.00(2H,brs),6.32(1H,dd,J=4.8Hz,7.2Hz),7.87(1H,d,J=7.2Hz),7.92(1H,d,J=4.8Hz).

[0428] [製造例1-2-2]3-トリメチルシラニルエチニルーピリジン-2-イルアミン

[0429] [化87]

製造例1-2-1に記載の3-ヨードーピリジン-2-イルアミン(40.2g、183mmo l)、トリメチルシリルアセチレン(51.7mL、366mmol)、ヨウ化銅(I)(3.49g、18.3 mmoL)、N、Nージイソプロピルエチルアミン(63.7mL、366mmol)、Nーメチルピロリジノン(200mL)の混合物にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(10.6g、9.15mmol)を加え、窒素気流下、室温で3時間10分撹拌した。反応溶液に水を加え酢酸エチルで4回抽出した。その溶媒を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製した。得られた溶液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1ついで

1:1)で精製し標記化合物(28.1g、80.7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm): 0.25(9H,s), 6.09(2H,brs), 6.51-6.57 (1H,m), 7.50-7.55(1H,m), 7.95-7.99(1H,m).

[0430] [製造例1-2-3]3-エチニルーピリジン-2-イルアミン

[0431] [化88]

製造例1-2-2に記載の3-トリメチルシラニルエチニルーピリジン-2-イルアミン(28.1g、148mmoL)のテトラヒドロフラン(300mL)溶液にテトラブチルアンモニウム フルオリド(1M テトラヒドロフラン溶液、20mL、20mmol)、を加え室温で15分撹拌した。反応溶液に水を加え酢酸エチルで4回抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1ついで1:2)で精製し標記化合物(16.4g、93.7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum(DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.43(1H,s), 6.14(2H,brs), 6.53(1H,dd,J=4.8Hz,7.2Hz), 7.53(1H,d,J=7.2Hz),7.96(1H,d,J=4.8Hz).

[0432] [製造例1-3-1]3-トリメチルシラニルエチニルーピリジン-2-イルアミン(別法) [0433] [化89]

2-アミノ-3-ブロモピリジン(5. 72g、33. 1mmol)のN-メチルピロリジノン(12 0mL)溶液に、室温でトリメチルシリルアセチレン(9. 36mL、66. 2mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(1. 91g、1. 66mmol)、ヨウ化銅(I)(630mg、3. 31mmol)、N, N-ジイソプロピルエチルアミン(11. 5mL、66. 2mmol)を

加え、窒素雰囲気下、70℃で6時間攪拌した。反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標記化合物(5.94g、94%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):0.23(9H,s), 6.07(2H,brs), 6.51(1H,dd, J=4.9,7.5Hz), 7.49(1H,dd,J=1.8,7.5Hz), 7.94(1H,dd,J=1.8,4.9Hz).

[0434] [実施例2]3-(3-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサゾ ール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0435] [1/c90]

製造例2-1-5に記載の(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(510mg、1.84mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(150mg、1.27mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(708 µ L、5.08mmol)を加え、室温で95分攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標記化合物(120mg、26%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.08(2H,s), 5.37(2H,s), 6.33(1H,s), 6.45(2 H,brs), 6.79-6.82(2H,m), 6.88-6.91(1H,m), 7.30(2H,d,J=8.1Hz), 7.45(2H,d,J=8.1Hz), 7.57-7.61(1H,m), 7.85(1H,d,J=7.3Hz), 8.03(1H,d,J=5.5Hz), 8.17(1H,m)

出発物質(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0436] [製造例2-1-1](4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)メタノール [0437] [化91]

1, 4ーベンゼンジメタノール(5.5g、40mmol)、2ーフルオロピリジン(1.3g、13 mmol)、およびN, Nージメチルホルムアミド(15mL)の混合物に、0℃で水素化ナトリウム(1.4g、40mmol、66% in oil)を加え、室温で20分間と70℃で1時間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1)で精製し、標記化合物(1.9g、66%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.71(2H,s), 5.38(2H,s), 6.81(1H,td,J=0.9,8.4Hz), 6.89(1H,ddd,J=0.9,5.1,7.1Hz), 7.37-7.47(4H,m), 7.59(1H,ddd,J=2.0,7.1,8.3Hz), 8.17(1H,ddd,J=0.7,2.0,5.1Hz).

[0438] 「製造例2-1-2]4-(ピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンズアルデヒド

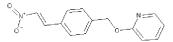
[0439] [化92]

(1H,s).

製造例2-1-1に記載の(4-(ピリジン-2- (4) + 2) + 2) + 2 ール(1.9g, 8.6 mmol) と塩化メチレン(30 mL) の混合物に、二酸化マンガン(15g, 17 mmol) を室温で加え、その温度で終夜攪拌した。反応混合物をセライトを用いてろ過し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: ヘプタン=1:4) で精製し、標記化合物(770 mg, 42%)を得た。 1 H-NMR Spectrum $(CDCl_3)$ δ (ppm):5.48(2H,s), 6.85(1H,d,J=8.2Hz), 6.90-6.9 3(1H,m), 7.60-7.64(3H,m), 7.89(2H,d,J=8.1Hz), 8.16(1H,dd,J=1.3,4.9Hz), 10.0

[0440] [製造例2-1-3]2-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジルオキシ)ーピリジ

[0441] [化93]

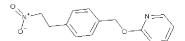


製造例2-1-2に記載の4-(ピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンズアルデヒド(23. 4g、110mmol)、ニトロメタン(33. 6g、550mmol)、酢酸アンモニウム(17. 0g、220mmol) そして酢酸(200mL)の混合物を100℃で1時間45分撹拌した。反応溶液を氷冷撹拌しながら少量の水を加え、析出した固体をろ取し、標記化合物(21. 0g、74. 5%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):5.41(2H,s), 6.91(1H,dd,J=0.8,8.4Hz), 6.99-7.10(1H,m), 7.53(2H,d,J=8.0Hz), 7.72-7.79(1H,m), 7.86(2H,d,J=8.0Hz), 8.13(1H,d,J=10Hz), 8.15-8.20(1H,m), 8.23(1H,d,J=10Hz).

[0442] 「製造例2-1-4]2-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジルオキシ)ーピリジン

[0443] [化94]



製造例2-1-3に記載の2-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジルオキシ) ーピリジン(21.0g、81.9mmol)、酢酸(21mL)、ジメチルスルホキシド(200mL) の溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(4.96g、131mmol)を 加えた。水素化ホウ素ナトリウムを加えた後、冷浴を除き室温で15分間撹拌した。反 応溶液を水と酢酸エチルに分配した。酢酸エチル層を水で2回、食塩水で1回洗浄 し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNH シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化 合物(16.3g、77.1%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.23(2H,t,J=6.8Hz), 4.85(2H,t,J=6.8Hz), 5.32(2H,s) 6.82-6.88(1H,m), 6.96-7.01(1H,m), 7.28(2H,d,J=8.0Hz), 7.38(2 H,d,J=8.0Hz), 7.69-7.74(1H,m), 8.15-8.19(1H,m).

[0444] [製造例2-1-5]4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニルーアセトヒドロキ

シモイル クロリド

[0445] [化95]

メタノール(75mL)にリチウム ワイアー(323mg、46.6mmol)を加え溶解した。その混合溶液に製造例2−1−4に記載の2−(4−(2−=トロ−エチル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(6.0g、23.3mmol)を加え、反応溶液を減圧下濃縮した。残渣にトルエンを加え、その溶媒を減圧下濃縮した。得られた残渣の塩化メチレン(90m L)とテトラヒドロフラン(45mL)の溶液を−78℃に冷却し、撹拌下にチタニウム(IV)クロリド(8.15mL、74.4mmol)を加えた。チタニウム(IV)クロリドを加え終わったらすぐに反応溶液を10分間、ついで室温で30分撹拌した。反応溶液を氷水に展開し酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、硫酸マグネシウムをろ過により取り除いた。ろ液を中性シリカゲルを敷いたグラスフィルター(酢酸エチルで溶出)に通した。得られた溶出液を減圧下濃縮した。残渣に少量の酢酸エチルを加え、析出した固体をろ取し標記化合物(1.86g、28.8%)を得た。
¹H−NMR Spectrum (DMSO−d) δ (ppm):3.82(2H,s), 5.33(2H,s), 6.84−6.89(1H

⁴H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.82(2H,s), 5.33(2H,s), 6.84-6.89(1H,m), 6.97-7.01(1H,m), 7.25(2H,d,J=8.4Hz), 7.41(2H,d,J=8.4Hz), 7.70-7.76(1H,m), 8.15-8.18(1H,m), 11.7(1H,s).

[0446] [実施例3]3-(3-(4-(6-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0447] [化96]

窒素雰囲気下、製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン (30mg、0. 25mmol)の無水テトラヒドロフラン (5mL)溶液に、室温で製造例3-1-5に記載の(4-(6-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド (222mg、0. 76mmol)を加えた。その溶液に、トリエチルアミン (142 μ L、1. 0mmol)を滴下により加えた後、室温で終夜攪拌した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3ついで1:1)で精製し、標記化合物 (10. 5mg、11%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.39(3H,s), 4.04(2H,s), 5.29(2H,s), 6.26(2H,brs), 6.61-6.64(1H,m), 6.68-6.71(1H,m), 6.81(1H,s), 6.83(1H,d,J=7.2 Hz), 7.33(2H,d,J=8.0Hz), 7.42(2H,d,J=8.0Hz), 7.57-7.61(1H,dd,J=7.2,8.4Hz), 7.87(1H,dd,J=2.0,7.6 Hz), 8.08(1H,dd,J=2.4,5.0Hz).

出発物質(4-(6-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0448] 「製造例3-1-1]2-(4-ブロモーベンジルオキシ)-6-メチルーピリジン

[0449] [化97]

窒素雰囲気下、(4ーブロモーフェニル)ーメタノール(4.54g、24.3mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(50mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(999mg、25mmol、60% in oil)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、2ーフルオロー6ーメチルピリジン(1.8g、16.2mmol)を氷冷下(0℃)で加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物に氷冷下(0℃)で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン

=1:15)で精製し、標記化合物(3.65g、81%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.44(3H,s), 5.32(2H,s), 6.57-6.59(1H,m), 6.71-6.74(1H,m), 7.26-7.35(2H,m), 7.44-7.49(3H,m).

[0450] [製造例3-1-2]4-(6-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンズアル デヒド

[0451] [化98]

窒素雰囲気下、製造例3-1-1に記載の2-(4-ブロモーベンジルオキシ)-6
-メチルーピリジン(7.30g、26.2mmol)の無水テトラヒドロフラン(200mL)溶液に、ドライアイスーエタノールバス(-78℃)で冷却下、n-ブチルリチウム(2.67M n-4サン溶液、11.8mL、31.4mmol)を滴下し、-78℃で30分間攪拌した。その混合物に、N,N-ジメチルホルムアミド(4.04mL、52.4mmol)を-78℃で加え、5分間攪拌した。反応混合物に水と酢酸エチルを加え、室温で10分間攪拌させた後、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(4.19g、70%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.44(3H,s), 5.46(2H,s), 6.12-6.64(1H,m), 6.74-6.75(1H,m), 7.44-7.50(1H,m), 7.62(2H,d,J=8.0Hz), 7.88(2H,d,J=8.0Hz), 10.0(1H,s).

[0452] [製造例3-1-3]2-メチル-6-(4-((E)-2-ニトロービニル)-ベンジルオキシ)-ピリジン

[0453] [化99]

窒素雰囲気下、製造例3-1-2に記載の4-(6-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンズアルデヒド(4.19g、18.5mmol)の酢酸(30mL)溶液に、室温でニトロメタン(5.65g、92.6mmol)、酢酸アンモニウム(2.85g、37.0mmol)を加え、110℃で3時間攪拌した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(5.50g)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.45(3H,s), 5.43(2H,s), 6.05-6.28(1H,m), 6.74-6.76(1H,m), 7.47-7.51(1H,m), 7.55(4H,s), 7.59(1H,d,J=13.6Hz), 8.01(1H,d,J=13.6 Hz).

[0454] [製造例3-1-4]2-メチル-6-(4-(2-ニトローエチル)-ベンジルオキシ)ピ リジン

[0455] [化100]

窒素雰囲気下、製造例3-1-3に記載の2-メチルー6-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(5.00g、18.5mmol)、酢酸(5mL)のジメチルスルホキシド(50mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(1.2g、29.6mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。その後、水を滴下した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5ついで1:2)で精製し、標記化合物(2.8g、56%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.39(3H,s), 3.22(2H,t,J=6.8Hz), 4.85(2H,t,J=6.8Hz), 5.28(2H,s), 6.64(1H,d,J=8.0Hz), 7.84(1H,d,J=8.0Hz), 7.28(2H,d,J=7.6Hz), 7.39(2H,d,J=7.6Hz), 7.59(1H,t,J=8.0Hz).

[0456] [製造例3-1-5](4-(6-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[0457] [化101]

WO 2007/052615

$$\begin{array}{c|c} CI & & \\ H-O & N & \\ \end{array}$$

窒素雰囲気下、製造例3-1-4に記載の2-メチル-6-(4-(2-ニトローエチル)-ベンジルオキシ)ピリジン(500mg、1.84mmol)のメタノール(10mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(140mg、3.68mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣に無水塩化メチレン(10mL)と無水テトラヒドロフラン(5mL)を加えた。ドライアイス-エタノールバス(-78°C)で冷却下、反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(667 μ L、6.07mmol)を滴下し、0°Cで45分間撹拌し、さらに室温で60分間攪拌した。氷冷下(0°C)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(484mg、91%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 2.42(3H,s), 3.82(2H,s), 5.33(2H,s), 6.76(1H,d,J=7.6Hz), 6.92(1H,d,J=7.6Hz), 7.27(2H,d,J=8.0Hz), 7.44(2H,d,J=8.0Hz), 7.70(1H,t,J=7.6Hz), 11.8(1H,brs).

[0458] [実施例4]3-(3-(4-ブトキシメチル-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0459] [化102]

製造例4-1-4に記載の4-ブトキシメチル-フェニル-アセトヒドロキシモイル

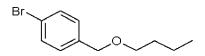
クロライド(28mg、0.11mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(13mg、0.11mmol)のテトラヒドロフラン(1mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(31 µ L、0.22mmol)を加え、室温で70分攪拌した。反応溶液を室温で水と酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製した後、更に逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(2.3mg、5%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) (MH^{+})338.14(MH^{+})$

出発物質4-ブトキシメチル-フェニル-アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の 方法で合成した。

[0460] [製造例4-1-1]1-ブロモー4-ブトキシメチルーベンゼン

[0461] [化103]



4ーブロモベンジルアルコール (10.0g、53.5mmol)のN, Nージメチルホルムアミド (200mL)溶液に、0℃で水素化ナトリウム (3.08g、64.2mmol、50% in oil)を加えた。その混合物を0℃で5分間撹拌し、0℃で1ーブロモブタン (7.47mL、69.3mmol)を加えた。室温で40分攪拌後、70℃で25分攪拌した。反応溶液を0℃で水と酢酸エチルに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=20:1)で精製し、標記化合物 (11.5g、89%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):0.919(3H,t,J=7.3Hz), 1.35-1.44(2H,m), 1. 56-1.63(2H,m), 3.46(2H,t,J=6.6Hz), 4.45(2H,s), 7.21(2H,d,J=8.1Hz), 7.45-7. 48(2H,m).

[0462] 「製造例4-1-2]4-ブトキシメチルーベンズアルデヒド

[0463] [化104]

製造例4-1-1に記載の1-ブロモー4-ブトキシメチルーベンゼン(11.5g、47 . 3mmol)のテトラヒドロフラン(200mL)溶液に、-78℃でn-ブチルリチウム(32.5mL、1.6Mへキサン溶液、52.0mmol)を加えた。その混合物を-78℃で55分間撹拌し、-78℃でn-ブメチルホルムアミド(4.4mL、56.8mmol)を加えた。その混合物を室温まで昇温した後、20分間攪拌した。反応溶液を0℃で水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1)で精製し、標記化合物(7.39g、81%)を得た。1H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.936(3H,t,J=7.3Hz),1.37-1.47(2H,m),1.60-1.67(2H,m),3.52(2H,t,J=6.6Hz),4.58(2H,s),7.51(2H,d,J=7.9Hz),7.86(2H,m),10.0(1H,s).

[0464] [製造例4-1-3]1-ブトキシメチル-4-(2-ニトロエチル)-ベンゼン

[0465] [化105]

製造例4-1-2に記載の4-ブトキシメチルーベンズアルデヒド(7.39g、38.4m mol)のメタノール(140mL)溶液に、0℃でニトロメタン(2.70mL、49.9mmol)、次いでナトリウムメトキシド(1.49M メタノール溶液、9.41mL、46.1mmol)を加えた。その反応溶液を室温で30分間攪拌した後、5N 塩酸水溶液(120mL)を加え、さらに25分間攪拌した。その反応溶液を0℃で飽和食塩水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶

媒を減圧下留去した。得られた残渣のジメチルスルホキシド(100mL)と酢酸(6mL) の溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(1.84g、46.1mmol) を加えた。室温で80分間攪拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標記化合物(2.68g、29%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.918(3H,t,J=7.3Hz), 1.37-1.42(2H,m), 1. 56-1.63(2H,m), 3.31(2H,t,J=7.3Hz), 3.47(2H,t,J=6.6Hz), 4.47(2H,s), 4.60(2H,t,J=7.3Hz), 7.18(2H,d,J=8.2Hz), 7.30(2H,d,J=8.2Hz).

[0466] [製造例4-1-4]4-ブトキシメチル-フェニル-アセトヒドロキシモイル クロリド [0467] [化106]

製造例4-1-3に記載の1-ブトキシメチル-4-(2-ニトロエチル) - ベンゼン(55mg、0.23mmol)のメタノール(2mL)溶液に、0℃でナトリウムメトキシド(1.49 M メタノール溶液、47.3 μ L、0.23mmol)を加えた。反応溶液を室温で35分間撹拌した後、反応溶液を減圧下濃縮した。残渣の塩化メチレン(2mL)溶液に、窒素雰囲気下、-78℃でチタニウム(IV)クロライド(28 μ L、0.23mmol)を加え、0℃で30分間攪拌した。反応溶液を0℃で水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、硫酸マグネシウムをろ過により取り除いた。その有機層をシリカゲルを用いて濾過し、そのろ液を減圧下留去し、標記化合物(59mg、99%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.90-0.94(3H,m), 1.36-1.44(2H,m), 1.56 -1.64(2H,m), 3.46-3.49(2H,m), 3.79(2H,s), 4.50(2H,s), 7.23-7.26(2H,m),7.3 0-7.34(2H,m), 8.29(1H,s).

[0468] [実施例5]3-(3-(4-(2-フルオローベンジルオキシ)-ベンジル)-イソキサゾ ール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン [0469] [化107]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)イソキサゾール <math>-3-イルメチル)-フェノール (4. 2mg、0. 016mmol) とメタノール (0. 4mL) の混合物に、1N 水酸化ナトリウム水溶液 (16 μ L、0. 016mmol) を加え、減圧下濃縮した。残渣とN,N-ジメチルホルムアミド (0. 5mL) の混合物に2-フルオロベンジルブロミド (2. 3 μ L、0. 019mmol) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物をそのまま逆相系高速液体クロマトグラフィー (アセトニトリル-水系移動相 (0. 1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた) にて精製し、標記化合物 (3. 3mg,43%) をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS \text{ m/e(ESI)} 376.14(MH^{+})$

出発物質4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)イソキサゾール-3-イルメチル) -フェノールは以下の方法で合成した。

[0470] [製造例5-1-1]4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール

[0471] [化108]

実施例1に記載の3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5 -イル)-ピリジン-2-イルアミン(32mg、0.090mmol)とトリフルオロ酢酸(1mL)の混合物に、室温でチオアニソール(45mg、0.36mmol)を加え、同温で2時間攪

拌した。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液と酢酸エチルの混合物に反応混合物を加えた。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=4:1)で精製し、標記化合物(24mg、100%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.90(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.68-6.72(3 H,m), 6.76(1H,s), 7.11(2H,d,J=8.6Hz), 7.87(1H,dd,J=1.5,7.7Hz), 8.10(1H,brs), 9.29(1H,s).

[0472] [実施例6]3-(3-(4-(3-フルオローベンジルオキシ)-ベンジル)-イソキサゾ ール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0473] [化109]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-T)-1) に 2-T に 2-

 $MS m/e(ESI) 376.12(MH^{+})$

[0474] [実施例7]3-(3-(4-(4-フルオローベンジルオキシ)-ベンジル)-イソキサゾ ール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0475] [{\kl110]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-T)-1)リジン-3-(1)(2) インキサゾール-3-(1)(4) -3-(1)(4) -3(6) -3(6) -3(7) 水酸化ナトリウム水溶液(-3(16) -3(7) 水酸化ナトリウム水溶液(-3(16) -3(8) 水酸化ナトリウム水溶液(-3(16) -3(9) を加えた後、減圧下濃縮した。残渣とN,N-ジメチルホルムアミド(-3(0) 5mL)の混合物に4-7ルオロベンジル ブロミド(-3(2) 3-1 -3(4) (-3(4) では、室温で1時間攪拌した。反応混合物をそのまま逆相系高速液体クロマトグラフィー(-3(7) アセトニトリル-3(7) 水系移動相(-3(8) 10 %トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(-3(3) 1mg, -3(3) 20 アルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 376.12(MH^{+})$

[0476] [実施例8]3-(3-(4-シクロプロピルメトキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0477] [化111]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-r)-l)リジン-3-4ル)イソキサゾール-3-4ルメチル)-7ェノール(4.2 mg, 0.016 mmol)とメタノール(0.4 mL)の混合物に、1N 水酸化ナトリウム水溶液 $(16 \mu L, 0.016 mmol)$ を加えた後、減圧下濃縮した。残渣とN, N-ジメチルホルムr \in (0.5 mL)の混合物に室温でシクロプロピルメチルブロミド $(2.3 \mu L, 0.019 mmol)$ とヨウ化ナトリウム $(1 mg, 7 \mu mol)$ を加え、60°Cで2時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷後、そのまま逆相系高速液体クロマトグラフィー(r)セトニトリル-水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を

用いた)にて精製した。溶離液の濃縮の際、トリエチルアミンにて溶離液を中和した。 その溶媒を減圧下留去した。残渣を水を用いて洗い、標記化合物(1.6mg, 30%) を得た。

 $MS m/e(ESI) 322.19(MH^{+})$

[0478] [実施例9]3-(3-(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール <math>-5-(4-(2)) - ピリジン -2-(4) - ピリン -2-(4) -

[0479] [化112]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)イソキサゾール -3-イルメチル) -フェノール(4.2mg、0.016mmol)とメタノール(0.4mL)の混合物に、1N 水酸化ナトリウム水溶液(16 μ L、0.016mmol)を加えた後、減圧下濃縮した。残渣とN、N-ジメチルホルムアミド(0.5mL)の混合物に2-ピコリル クロリド(3.1mg、0.019mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物をそのまま逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリル-水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(3.6mg、39%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 359.16(MH^{+})$

[0480] [実施例10]3-(3-(4-(6-メチル-ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0481] [化113]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾー

ルー3ーイルメチル)ーフェノール(50mg、0. 19mmol)にメタノール(3mL)と1N 水酸化ナトリウム水溶液(0. 18mL)を加え超音波をあてて溶解した。この溶液を減圧下濃縮した。得られた残渣に製造例10ー1ー1に記載の2ークロロメチルー6ーメチルーピリジン(31. 8mg、0. 22mmol)とN,Nージメチルホルムアミド(2mL)を加え60℃で20分間撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して標記化合物(36mg,51. 7%)を得た。 1 HーNMR Spectrum(DMSOーd) 6 (ppm):2.48(3H,s),3.96(2H,s),5.10(2H,s),6.25(2H,brs),6.69(1H,dd,J=4.8,8.0Hz),6.79(1H,s),6.97(2H,d,J=8.0Hz),7.18(1H,d,J=7.6Hz),7.25(2H,d,J=8.0Hz),7.27(1H,d,J=7.6Hz),7.70(1H,dd,J=7.6,7.6Hz),7.86(1H,d,J=8.0Hz),8.08(1H,d,J=4.8Hz).

出発物質2-クロロメチルー6-メチルーピリジンは以下の方法で得た。

[0482] [製造例10-1-1]2-クロロメチルー6-メチルーピリジン

[0483] [化114]

(6-メチルーピリジン-2ーイル)ーメタノール(1.44g,11.7mmol)、塩化チオニル(1.45mL,19.9mmol)、塩化メチレン(20mL)の溶液を加熱還流下40分間撹拌した。反応溶液を室温に戻した後、減圧下濃縮した。その残渣を重曹水とジエチルエーテルに分配した。その有機層を減圧下濃縮し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(1.42g,85.8%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.47(3H,s),4.72(2H,s),7.22(1H,d,J=7.6Hz),7.33(1H,d,J=7.6Hz),7.72(1H,dd,J=7.6,7.6Hz).

[0484] [実施例11]3-(3-(4-(4-メチル-ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0485] [化115]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル) - イソキサゾール-3-イルメチル) - フェノール(50mg、0. 19mmol)にメタノール(3mL)、1N 水酸化ナトリウム水溶液(0. 18mL)を加え超音波を照射して溶解した。この溶液を減圧下濃縮した。得られた残渣に製造例11-1-4に記載の2-クロロメチルー4ーメチルーピリジン(31. 8mg、0. 22mmol)とN,N-ジメチルホルムアミド(2mL)を加え、60℃で10分間撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。有機層を分離し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して標記化合物(21mg,30. 2%)を得た。

「H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):2.33(3H,s)、3.96(2H,s)、5.11(2H,s)、6.25(2H,brs)、6.69(1H,dd,J=4.8,8.0Hz)、6.79(1H,s)、6.98(2H,d,J=8.4Hz)、7.17(1H,d,J=7.6Hz)、7.25(2H,d,J=8.4Hz)、7.34(1H,s)、7.87(1H,d,J=7.6Hz)、8.09(1H,d,J=4.8Hz)、8.41(1H,d,J=4.8Hz).

出発物質2-クロロメチル-4-メチルーピリジンは以下の方法で合成した。

[0486] [製造例11-1-1]2, 4-ジメチル-ピリジン 1-オキシド

[0487] [化116]

2, 4ールチジン(2.0g、18.7mmol)の塩化メチレン(100mL)溶液に3ークロロペルオキシベンゾイック アシッド(5.07g、29.4mmol)を加え、室温で20分間撹拌した。反応溶液に飽和亜硫酸水素ナトリウム水溶液を少量加え、激しく撹拌した後

124

、有機層を分離した。その有機層を5N 水酸化ナトリウム水溶液(5.9mL)で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥した。その溶媒を減圧下留去して、標記化合物(1.54g、66.9%)を得た。標記化合物は、精製することなく次の反応に用いた。

[0488] [製造例11-1-2]アセティック アシッド 4-メチルーピリジン-2-イルメチルエ ステル

[0489] [化117]

製造例11-1-1に記載の2, 4-ジメチルーピリジン 1-オキシド(1.93g、15.7mmol)に無水酢酸(30mL)を加え、110℃にて10分間撹拌した。反応溶液を室温に戻し、減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2ついで酢酸エチル)で精製して、標記化合物(774mg,29.8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.11(3H,s), 2.32(3H,s), 5.09(2H,s), 7. 16(1H,d,J=5.2Hz), 7.23(1H,s), 8.39(1H,d,J=5.2Hz).

[0490] 「製造例11-1-3](4-メチルーピリジン-2-イル)ーメタノール

[0491] [化118]

製造例11-1-2に記載のアセティック アシッド 4-メチルーピリジン-2-イルメチル エステル(774mg、4.69mmol)に5N 水酸化ナトリウム水溶液(2mL)とメタノール(4mL)を加え、60℃で10分間撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。分離した水層をさらに酢酸エチルで2回抽出をした。酢酸エチル層を合わせ、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去して、標記化合物(410mg、71.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):2.32(3H,s), 4.52(2H,brs), 5.35(1H,brs), 7.06(1H,d,J=5.2Hz), 7.29(1H,s), 8.32(1H,d,J=5.2Hz).

[0492] [製造例11-1-4] 2-クロロメチル-4-メチルーピリジン

[0493] [化119]

製造例11-1-3に記載の(4-メチルーピリジン-2-イル)-メタノール(410mg、3.33mmol)、塩化チオニル(0.49mL、6.66mmol)そして塩化メチレン(10mL)の混合溶液を加熱還流下5分間撹拌した。反応溶液を室温に戻した後、反応溶液を減圧下濃縮した。得られた残渣をジエチルエーテルと飽和重曹水に分配した。その有機層をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し表記化合物(340mg、72.1%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.37(3H,s), 4.72(2H,s), 7.20(1H,d,J=5.2Hz), 7.38(1H,s), 8.40(1H,d,J=5.2Hz).

[0494] [実施例12]3-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾ ール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0495] [化120]

室素雰囲気下、製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン (400mg、3.39mmol)の無水テトラヒドロフラン (20mL)溶液に、室温で製造例12-1-5に記載の(2-ベンジルオキシーピリジン-5-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(2.50g、9.03mmol)を加えた。その後、トリエチルアミン(1.89mL、13.6mmol)を滴下し、室温で1.5時間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチル

に分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3ついで1:2)で精製し、標記化合物(315mg、26%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 4.00(2H,s), 5.34(2H,s), 6.27(2H,brs), 6.70(1H,dd,J=4.8,7.6Hz), 6.84(1H,s), 6.86(1H,d,J=8.8Hz),7.31-7.44(5H,m), 7.6 9(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 7.87(1H,dd,J=2.0,7.4Hz), 8.09(1H,dd,J=2.4,4.8Hz), 8.17(1 H,d,J=2.4Hz).

出発物質(2-ベンジルオキシーピリジン-5-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0496] [製造例12-1-1]2-ベンジルオキシ-5-ブロモピリジン

[0497] [化121]

窒素雰囲気下、フェニルーメタノール (20.5g、190mmol)のN,Nージメチルホルムアミド (200mL)溶液に、氷冷下 (0°C)で水素化ナトリウム (7.6g、190mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、氷冷下 (0°C)で2,5ージブロモピリジンを加え、室温で60分攪拌した。反応混合物を氷冷下 (0°C)で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:20ついで1:10)で精製し、標記化合物 (15.1g、90%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) 3 (ppm):5.34(2H,s), 6.71-6.73(1H,m), 7.32-7.45(5H,m), 7.64-7.67(1H,m), 8.20-8.21(1H,m).

[0498] [製造例12-1-2]6-ベンジルオキシーピリジン-3-カルバルデヒド [0499] [化122]

窒素雰囲気下、製造例12-1-1に記載の2-ベンジルオキシ-5-ブロモピリジン(15.1g、57.0mmol)の無水テトラヒドロフラン(250mL)溶液に、ドライアイス-エタノールバス(-78℃)で冷却下、n-ブチルリチウム(2.67M n-ヘキサン溶液、25.6mL、68.4mmol)を滴下し、-78℃で30分間攪拌した。その後、N,N-ジメチルホルムアミド(6.60mL、85.5mmol)を-78℃で加え、30分間攪拌した。反応混合物に水と酢酸エチルを加え、室温で10分間攪拌させた後、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:7ついで1:5)で精製し、標記化合物(4.87g、40%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.49(2H,s), 6.89-6.92(1H,m), 7.34-7.48(5H,m), 8.07-8.10(1H,m), 8.64-8.65(1H,m), 9.97(1H,s).

[0500] [製造例12-1-3]2-ベンジルオキシ-5-((E)-2-ニトロービニル)ーピリジン [0501] [化123]

窒素雰囲気下、製造例12-1-2に記載の6-ベンジルオキシーピリジン-3-カルバルデヒド(4.87g、22.8mmol)の酢酸(30mL)溶液に、室温でニトロメタン(6.96g、114mmol)、酢酸アンモニウム(3.51g、45.6mmol)を加え、110℃で2.5時間攪拌した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(5.60g、96%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):5.43(2H,s), 7.01(1H,d,J=8.8Hz), 7.34

-7.47(5H,m), 8.16(1H,d,J=13.6Hz), 8.24(1H,d,J=13.6Hz), 8.27(1H,dd,J=2.4,8.8Hz), 8.64(1H,d,J=2.4Hz).

[0502] 「製造例12-1-4]2-ベンジルオキシ-5-(2-ニトローエチル)ピリジン

[0503] [化124]

窒素雰囲気下、製造例12-1-3に記載の2-ベンジルオキシ-5-((E)-2-ニトロービニル)ーピリジン(5.80g、22.8mmol)、酢酸(5.80mL)のジメチルスルホキシド(70mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(1.44g、36.2mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4)で精製し、標記化合物(2.50g、43%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.17(2H,t,J=6.8Hz),4.84(2H,d,J=6.8Hz),5.31(2H,S),6.84(1H,d,J=8.4Hz),7.31-7.42(5H,m),7.68(1H,dd,J=2.4,8.4Hz),8.06(1H,d,J=2.4Hz).

[0504] [製造例12-1-5](2-ベンジルオキシーピリジン-5-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[0505] [化125]

窒素雰囲気下、製造例12-1-4に記載の2-ベンジルオキシ-5-(2-ニトローエチルー)ピリジン(3.97g、15.4mmol)のメタノール(25mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(1.17g、30.8mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣に無水塩化メチレン(30mL)と無水テトラヒドロフラン(20mL

)を加えた。ドライアイス-エタノールバス(-78°C)で冷却下、反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(5. 42mL、49. 3mmol)を滴下し、0°Cで45分間攪拌した。氷冷下(0°C)、反応混合物に水、酢酸エチルそしてテトラヒドロフランを加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(3. 4g、80%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.79(2H,s), 5.34(2H,s), 6.87(1H,d,J=8 .4Hz), 7.30-7.62(5H,m), 7.61(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 7.08(1H,d,J=2.4Hz), 11.8(1 H.s).

[0506] [実施例13]3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル) -ピリジン-2,6-ジアミン

[0507] [化126]

製造例1-1-3に記載の4-ベンジルオキシーフェニルーアセトヒドロキシモイルクロリド (140mg、0.51mmol)とテトラヒドロフラン (10mL)の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン (102mg、0.76mmol)とトリエチルアミン (0.71mL、5.1mmol)を加え、室温で終夜攪拌した。さらに反応混合物を55℃で1.5時間攪拌した。反応溶液を室温まで放冷後、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル)でろ過し、粗生成物を得た。粗生成物を逆相系高速液体クロマトグラフィー (アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製した。減圧下溶媒溜去後、残渣をNHシリカゲルを用いてろ過し、標記化合物(51mg,27%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.87(2H,s), 5.07(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.6Hz), 6.10(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.94-6.98(2H,m), 7.20-7.24(2 H,m), 7.30-7.45(5H,m), 7.51(1H,d,J=8.4Hz).

出発物質3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミンは以下の方法で合成した。

[0508] [製造例13-1-1]3-ヨードーピリジン-2,6ージアミン

[0509] [化127]

2,6-ジアミノピリジン(100g、916mmol)をジメチルスルホキシド(400mL)に溶解し、室温撹拌下にN-ヨードスクシンイミド(100g、445mmol)を一度に加えた。反応溶液を室温で10分撹拌した。反応溶液に水(3.5L)を加え、析出した固体をろ過して除いた。得られた水層を酢酸エチル(1.3L)で3回抽出した。酢酸エチル層を合わせ、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:3)で精製し、標記化合物(23.8g、22.8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):5.41(2H,brs), 5.57(1H,d,J=8.0Hz), 5.6 4(2H,brs), 7.37(1H,d,J=8.0Hz).

[0510] [製造例13-1-2]3-トリメチルシラニルエチニルーピリジン-2,6-ジアミン [0511] [化128]

アルゴン気流下、製造例13-1-1に記載の3-ヨードーピリジン-2,6-ジアミン (20.0g、85.2mmol)、トリメチルシリルアセチレン(24.2mL、170mmol)、ヨウ化 銅(I)(3.25g、17.0mmol)、N,Nージイソプロピルエチルアミン(19.1g、148mmol)、Nーメチルピロリジノン(286mL)の混合物にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(9.81g、8.52mmol)を加え、室温で30分撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。酢酸エチル層を水で4回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥

し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン: 酢酸エチル=4:1ついで1:1)で精製した。溶出液を減圧下濃縮して得られた固体を少量の酢酸エチルを含有するヘプタンで洗浄し、標記化合物(10.5g、60.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):0.20(9H,s), 5.53(2H,brs), 5.66(1H,d,J=8.0Hz), 5.95(2H,brs), 7.11(1H,d,J=8.0Hz).

[0512] [製造例13-1-3]3-エチニル-ピリジン-2、6-ジアミン

[0513] [化129]

製造例13-1-2に記載の3-トリメチルシラニルエチニルーピリジン-2,6ージアミン(7.0g、34.1mmoL)のテトラヒドロフラン(100mL)溶液にテトラブチルアンモニウム フルオリド(1M テトラヒドロフラン溶液、17mL、17mmol)を氷冷下に加え、ついで室温で10分撹拌した。反応溶液に水を加え酢酸エチルで3回抽出した。抽出液を硫酸ナトリウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(3.35g、73.8%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO- d_0) δ (ppm):4.08(1H,s), 5.57(2H,brs), 5.68(1H,d,J=8.0Hz), 5.89(2H,brs), 7.14(1H,d,J=8.0Hz).

[0514] [実施例14]3-(3-(4-ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[0515] 「化130]

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(120mg、0.

90mmol) と製造例2-1-5に記載の4-(ビリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル-アセトヒドロキシモイル クロリド (390mg、1. 41mmol)のテトラヒドロフラン (5. 0 mL) 溶液に、トリエチルアミン (502 μ L、3. 6mmol)を0 $^{\circ}$ Cで加えた。その反応混合物を室温で1時間30分間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ($^{\circ}$ クプタン:酢酸エチル=1:1ついで酢酸エチル)にて精製し、標記化合物(290mg、86. 2%)を得た。 $^{\circ}$ H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{\circ}$ 0 (ppm):3.95(2H,s)、5.31(2H,s)、5.79(2H,brs)、5.82(1H,d,J=8.4Hz)、6.11(2H,brs)、6.37(1H,s)、6.84-6.86(1H,m)、6.97-7.00(1H,m)、7.31(2H,d,J=8.2Hz)、7.39(2H,d,J=8.2Hz)、7.51(1H,d,J=8.4Hz)、7.69-7.73 (1H,m)、8.16-8.18(1H,m).

[0516] [実施例15]3-(3-(4-(6-メチル-ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[0517] [化131]

窒素雰囲気下、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(300mg、2.25mmol)の無水テトラヒドロフラン(30mL)溶液に、室温で製造例3-1-5に記載の(4-(6-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(1.50g、5.16mmol)を加えた。その後、室温でトリエチルアミン(1.25mL、9.00mmol)を滴下し、室温で1.5時間攪拌した。反応混合物に室温で水、酢酸エチルを加え有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1)で精製し、標記化合物(637mg、73%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):2.39(3H,s), 3.96(2H,s), 5.29(2H,s), 5

.80(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.8Hz), 6.11(2H,brs), 6.37(1H,s), 6.63(1H,dd,J=0.4,8. 2Hz), 6.83(1H,dd,J=0.4,7.4Hz), 7.31(2H,d,J=8.0Hz), 7.41(2H,d,J=8.4Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz), 7.58(1H,t,J=8.0Hz).

[0518] [実施例16]3-(3-(4-ブトキシメチルーベンジル)-イソキサゾール-5-イル) -ピリジン-2, 6-ジアミン

[0519] [化132]

$$H_2N$$
 N
 N
 NH_2

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン2, 6-ジアミン(14.6mg、0.1 1mmol)と製造例4-1-4に記載の4-ブトキシメチルーフェニルーアセトヒドロキシモイル クロリド(28mg、0.11mmol)のテトラヒドロフラン溶液に、トリエチルアミン(3 1 μ L、0.22mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応溶液を室温で水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製した後、更に逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(6.7mg、13%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 353.34(MH^{+})$

[0520] [実施例17]3-(3-(4-フェノキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピ リジン-2,6-ジアミン

[0521] [化133]

窒素雰囲気下、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(170mg、1.28mmol)の無水テトラヒドロフラン(10mL)溶液に、室温で製造例17-1-4に記載の(4-フェノキシーベンゼン)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(652mg、2.49mmol)を加えた。その後、トリエチルアミン(714 μ L、5.12mmol)を滴下し、室温で1時間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:2ついで2:1)で精製し、標記化合物(314mg、68%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):4.00(2H,s), 4.74(2H,brs), 5.50(2H,brs), 5.94(1H,d,J=8.8Hz), 6.03(1H,s), 6.96-7.02(2H,m), 7.08-7.12(1H,m), 7.22-7.26(5H,m), 7.30-7.35(1H,m), 7.52(1H,d,J=8.8Hz).

出発物質(4-フェノキシーベンゼン)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法 で合成した。

[0522] [製造例17-1-1]ソジウム 2-ニトロ-1-(4-フェノキシ-フェニル)-エタノレート

[0523] [化134]

窒素雰囲気下、4-フェノキシベンズアルデヒド(1.5g、7.56mmol)のメタノール(12mL)溶液に、室温でナトリウムメトキシド(1.49M メタノール溶液、<math>0.19mL、 $0.91mmol)を滴下した。氷冷下(0°C)で反応溶液にニトロメタン(530 <math>\mu$ L、9.84mm ol)を滴下した後、室温でナトリウムメトキシド(1.49M メタノール溶液、1.66mL、8.16mmol)を滴下し、室温で30分間攪拌した。析出した固体をろ取し、それを減圧下乾燥し、さらにトルエンで共沸させて固体を乾燥させることにより、標記化合物(<math>1.17g、55%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.38(1H,m), 5.73(1H,d,J=5.2Hz), 6.58

(1H,d,J=4.4Hz), 6.91-7.00(4H,m), 7.09-7.13(1H,m), 7.34-7.39(4H,m).

[0524] [製造例17-1-2]1-((E)-2-ニトロービニル)-4-フェノキシーベンゼン

[0525] [化135]

窒素雰囲気下、製造例17-1-1に記載のソジウム 2-ニトロー1-(4-フェノキシーフェニル) - エタノレート(1.17g、4.16mmol)、無水酢酸(510mg、4.99mmol)、トリエチルアミン(696 μ L、4.99mmol)の無水テトラヒドロフラン(20mL)溶液を室温で終夜攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(1.4g、70%、純度約50%)を粗生成物として得た。

[0526] 「製造例17-1-3]1-(2-ニトローエチル)-4-フェノキシーベンゼン

[0527] [化136]

窒素雰囲気下、製造例17-1-2に記載の1-((E)-2-ニトロービニル)-4-フェノキシーベンゼン(1.40g、2.90mmol、純度約50%)のメタノール(15mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(274mg、7.25mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(199mg、28%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.21(2H,t,J=6.8Hz), 4.84(2H,t,J=6.8Hz), 6.94-7.00(4H,m), 7.11-7.15(1H,m), 7.28-7.30(2H,m), 7.36-7.40(2H,m).

[0528] [製造例17-1-4](4-フェノキシーベンゼン)ーアセトヒドロキシモイル クロリド

[0529] [化137]

窒素雰囲気下、製造例17-1-3に記載の1-(2-ニトローエチル)-4-フェノキシーベンゼン(100mg、0.41mmol)のメタノール(3mL)溶液に、ナトリウムメトキシド(1.49M メタノール溶液、83.9 μ L、0.41mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣に無水塩化メチレン(3mL)を加えた。氷冷下(0°C)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(54.2 μ L、0.49mmol)を滴下し、室温で30分間攪拌した。氷冷下(0°C)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(51mg、47%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.80(2H,s), 6.96-7.03(4H,m), 7.12-7.16(1H,m), 7.26-7.28(2H,m), 7.36-7.41(2H,m), 11.7(1H,s).

[0530] [実施例18]3-(3-(4-(2-フルオロ-ベンジルオキシ)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[0531] [化138]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-i)アミノーピリジン-3-4ルー) -4ソキサゾール-3-4ルメチル) -7ェノール(72.4mg, 0.26mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(51.2μ L, 0.26mmol)を加え、5分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、固形物(77.9mg)を

得た。この得られた固形物(14.5mg, 0.05mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液に、2ーフルオロベンジルブロミド(11.5 μ L, 0.10mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。有機層を水および飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製した後、さらに逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(6.7mg、36%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.96(2H,s), 4.57(2H,brs), 5.12(2H,s), 5.90 (2H,brs), 5.91(1H,d,J=8.4Hz), 5.98(1H,s), 6.95(2H,d,J=8.4Hz), 7.05-7.11(1H,m), 7.14-7.24(1H,m), 7.20(2H,d,J=8.4Hz), 7.28-7.33(1H,m), 7.48(1H,d,J=8.4Hz), 7.45-7.51(1H,m).

MS m/e(ESI) 391.01(MH⁺)

[0532] [製造例18-1-1]4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イル)イソキサゾール -3-イルメチル)-フェノール

「0533】「化139〕

実施例13に記載の3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾールー5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン(100mg、0.27mmol)のトリフルオロ酢酸(3 mL)溶液に、室温にてチオアニソール(126 µ L)を加え、室温で2時間攪拌した。反応溶液に0℃で飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(72.4mg、95%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.82(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.83(1H,d,J)

=8.4Hz), 6.10(2H,brs), 6.32(1H,s), 6.70(2H,d,J=8.4Hz), 7.09(2H,d,J=8.4Hz), 7. 51(1H,d,J=8.4Hz), 9.27(1H,s).

[0534] [実施例19]3-(3-(4-(3-フルオローベンジルオキシ)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[0535] [化140]

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾールー3ーイルメチル)ーフェノール(72.4mg,0.26mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(51.2 μ L,0.26mmol)を加え、5分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、固形物(77.9mg)を得た。この得られた固形物(11.3mg,0.04mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液に、3ーフルオロベンジルブロミド(9.1 μ L,0.07mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製した。さらに逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(6.7mg、36%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。MS m/e(ESI) 391.34(MH †)

[0537] [化140]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾール-3-イルメチル)ーフェノール(72.4mg,0.26mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(51.2 μ L,0.26mmol)を加え、5分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、固形物(77.9mg)を得た。この得られた固形物(13.7mg,0.05mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液に、4ーフルオロベンジルブロミド(11.2 μ L,0.09mmol)を加え、室温で2.5時間攪拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製した後、混合物を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、さらにプレパラティブ薄層クロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘキサン=1:1)で精製し、標記化合物(4.0mg、18%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$ -d $_{6}$) δ (ppm):3.96(2H,s), 4.53(2H,brs), 5.00(2H,s), 5.30(2H,brs), 5.91(1H,d,J=8.0Hz), 5.98(1H,s), 6.92(2H,dd,J=2.0,6.8Hz), 7.05-7.15(2H,m), 7.20(2H,d,J=8.4Hz), 7.26-7.46(2H,m), 7.48(1H,d,J=8.0Hz). MS m/e(ESI)391.04(MH †)

[0538] [実施例21]3-(3-(4-シクロプロピルメトキシ-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2、6-ジアミン

[0539] [化141]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-i)アミノーピリジン-3-4ルー)ーイソキサゾール-3-4ルメチル)ーフェノール(72.4mg, 0.26mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(51.2μ L, 0.26mmol)を加え、5分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、固形物(77.9mg)を得た。この得られた固形物(8.3mg, 0.03mmol)のN, N-iジメチルホルムアミド(1

mL)溶液に、シクロプロピルメチルブロミド(5.3 μ L, 0.06mmol)を加え、室温で5時間攪拌した。混合物を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、さらにプレパラティブ薄層クロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(1.1mg、12%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$ -d $_{6}$) δ (ppm):0.33-0.36(2H,m), 0.63-0.66(2H,m), 1.24-1.29(1H,s), 3.79(2H,d,J=4.8Hz), 3.96(2H,s), 4.57(2H,brs), 5.92(1H,d,J=8.4Hz), 5.99(1H,s), 6.87(2H,dd,J=2.0,6.8Hz), 7.19(2H,dd,J=2.0,6.8Hz), 7.49(1H,d,J=8.4Hz).

 $MS m/e(ESI) 337.11(MH^{+})$

[0540] [実施例22]3-(3-(4-(ピリジン-2-4)ルメトキシ)-ベンジル)-4ソキサゾール-5-4)-ピリジン-2,6-ジアミン

[0541] [化142]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾールー3-イルメチル)ーフェノール(49.7mg,0.18mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(35.2 μ L,0.18mmol)を加え、5分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、固形物(90.6mg)を得た。この得られた固形物をN,Nージメチルホルムアミド(3mL)溶液にした。2ーピコリルクロリド塩酸塩(50mg,0.39mmol)にテトラヒドロフラン(390 μ L)、1N 水酸化ナトリウム水溶液(390 μ L,0.39mol)を加え、有機層を分離し、2ーピコリルクロリドのテトラヒドロフラン溶液を得た。この溶液の一部(0.30mL)を上述のN,Nージメチルホルムアミド溶液に加え、室温で15時間攪拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(42.5mg、38%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.88(2H,s), 5.15(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.83(1H,dd,J=1.2,8.4Hz), 6.11(2H,brs), 6.35(1H,s), 6.97(2H,d,J=8.0Hz), 7.22(2H,d,J=8.4Hz), 7.33(1H,dd,J=5.2,8.0Hz), 7.49(1H,d,J=8.0Hz), 7.51(1H,d,J=8.0), 7.82(1H,dd,J=8.0,8.0Hz), 8.57(1H,dd,J=0.8,4.8Hz).

 $MS m/e(ESI) 374.28(MH^{+})$

[0542] [実施例23]3-(3-(4-(6-メチルーピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[0543] [化143]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(150mg、0.53mmol)にメタノール(3mL)、1N 水酸化ナトリウム水溶液(0.53mL)を加え超音波をあてて溶解した。この溶液を減圧下濃縮した。得られた残渣に製造例10-1-1に記載の2-クロロメチルー6-メチルーピリジン(90.2mg、0.64moL)とN,N-ジメチルホルムアミド(2mL)を加え、60℃で2時間50分撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2、ついで酢酸エチル)で精製して標記化合物(106mg,51.5%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.48(3H,s), 3.88(2H,s), 5.10(2H,s), 5. 78(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.10(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.96(2H,d,J=8.0Hz), 7.18(1H,d,J=8.0Hz), 7.22(2H,d,J=8.0Hz), 7.27(1H,d,J=8.0Hz), 7.50(1H,d,J=8.4Hz), 7.70(1H,dd,J=8.0,8.0Hz).

[0544] [実施例24]3-(3-(4-(4-メチルーピリジン-2-イルメトキシ)ーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)ーピリジン-2,6-ジアミン

[0545] [化144]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(80mg、0. 28mmol)にメタノール(4mL)、1N 水酸化ナトリウム水溶液(0. 29mL)を加え超音波をあてて溶解した。この溶液を減圧下濃縮した。得られた残渣に製造例11-1-4に記載の2-クロロメチルー4-メチルーピリジン(50. 9mg、0. 36moL)とN,N-ジメチルホルムアミド(3mL)を加え60℃で10分撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2、ついで酢酸エチル)で精製して標記化合物(40mg,36. 5%)を得た。 1 H-NMR Spectrum(DMSO-d) δ (ppm):2.32(3H,s),3.88(2H,s),5.10(2H,s),5.79(2H,brs),5.82(1H,d,J=8.4Hz),6.10(2H,brs),6.35(1H,s),6.97(2H,d,J=8.0Hz),7.15(1H,d,J=5.2Hz),7.22(2H,d,J=8.0Hz),7.34(1H,s),7.50(1H,d,J=8.4Hz),8.41(1H,d,J=5.2Hz).

[0546] [実施例25]3-(3-(6-ベンジルオキシ-ピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾ -ル-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[0547] [化145]

窒素雰囲気下、製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2, 6-ジアミン(230mg、1. 73mmol)の無水テトラヒドロフラン(20mL)溶液に、室温で製造例12-1-5に記載の(2-ベンジルオキシーピリジン-5-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(1. 00g、3. 61mmol)を加えた。その混合物にトリエチルアミン(965 μ L、6. 92mmol)を滴下し、室温で1. 5時間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢

酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1)で精製し、標記化合物(470mg、73%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm): 3.92(2H,s), 5.33(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(2H,brs), 6.40(1H,s), 6.85(1H,d,J=8.8Hz), 7.31-7.39 (3H,m), 7.42-7.44(2H,m), 7.52(1H,d,J=8.4Hz), 7.66(1H,dd,J=2.4,8.4Hz),8.14(1H,d,J=2.4Hz).

[0548] [実施例26]3-(3-(4-ベンジルオキシ-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル) -6-メトキシメチル-ピリジン-2-イルアミン

[0549] [化146]

WO 2007/052615

製造例1-1-3に記載の4-(ベンジルオキシーフェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(19mg、0.069mmol)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、室温で製造例26-1-7に記載の3-エチニルー6-メトキシメチルーピリジン-2-イルアミン(8.6mg、0.053mmol)とトリエチルアミン(15 μ L、0.11mmol)を加え、室温で5.5時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルーテトラヒドロフラン(3:2)で抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:3)で精製し、標記化合物(8.8mg、41%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.47(3H,s), 3.99(2H,s), 4.42(2H,s), 5.05(2 H,s), 5.50(2H,brs), 6.23(1H,s), 6.82(1H,d,J=7.9Hz), 6.93-6.97(2H,m), 7.18-7.22(2H,m), 7.31-7.44(5H,m), 7.72(1H,d,J=7.7Hz).

出発物質3-エチニルー6-メトキシメチルーピリジン-2-イルアミンは以下の方法

で合成した。

[0550] [製造例26-1-1]2-アミノー6-クロローニコチニック アシド

[0551] [化147]

2,6-ジクロローニコチニックアシッド(31g、0.14mol)と28%アンモニア水溶液(200mL)の混合物を封管中135℃で10時間攪拌した。その反応溶液を室温まで放冷後、減圧下で過剰のアンモニアガスを留去した。残渣に全量1000mLになるまで水を加え、その混合物を0℃に冷却し、クエン酸をpH6程度まで加えた。析出した固体をろ取して、標記化合物(12g、49%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):6.63(1H,d,J=8.1Hz), 7.55(2H,brs), 8.0 2(1H,d,J=8.1Hz).

[0552] [製造例26-1-2]2-アミノー6-クロローニコチニック アシド メチル エステル

[0553] [化148]

メタノール(50mL)に氷冷下で濃硫酸 (25mL)と製造例26—1—1に記載の2—アミノー6—クロローニコチニック アシド(4.3g, 25mmol)を加え、 70° で5時間攪拌した。反応混合物を放冷後、炭酸水素ナトリウム(90g)水溶液を加えて中和した。析出した固体をろ過し、標記化合物(3.2g, 17mmol, 68%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.88(3H,s), 6.62(1H,d,J=8.2Hz), 8.05(1H,d, J=8.1Hz).

[0554] [製造例26-1-3]トリブチルーメトキシメチルースズ

[0555] [化149]

ジイソプロピルアミン(9.4mL、67mmol)とテトラヒドロフラン(150mL)の混合物に -78℃でn-ブチルリチウム(2.4M n-ヘキサン溶液、25mL、61mmol)を滴下し、同温で30分間攪拌した。反応混合物に同温で水素化トリブチルスズ(16mL、61 mmol)を滴下後、0℃で30分間攪拌した。反応混合物を-78℃に冷却し、クロロメチル メチル エーテル(4.6mL、61mmol)を滴下した。反応混合物を徐々に室温まで昇温した。反応混合物に水を加え、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:30)にて精製し、標記化合物(18g、86%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.88-0.93(15H,m), 1.26-1.35(6H,m), 1.47 -1.55(6H,m), 3.30(3H,s), 3.71(2H,t,J=6.8Hz).

[0556] [製造例26-1-4]2-アミノー6-メトキシメチルーニコチニック アシド メチル エステル

[0557] [化150]

製造例26-1-2に記載の2-アミノー6-クロローニコチニック アシド メチル エステル(1.4g、7.6mmol)、製造例26-1-3に記載のトリブチルーメトキシメチルースズ(3.1g、9.1mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(440mg、0.38mmol)、およびN-メチルピロリジノン(20mL)の混合物を130℃で3.5時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷後、反応混合物にフッ化カリウム水溶液と酢酸エチルを加え、セライトを用いてろ過した。有機層を分離し、有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:2)にて精製し、標記化合物(0.93g、63%)を得た。

1H-NMR Spectrum (CDCL) δ (ppm):3 47(3H s) 3 88(3H s) 4 41 (2H s) 6 74(

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.47(3H,s), 3.88(3H,s), 4.41 (2H,s), 6.74(1H,d,J=7.9Hz), 8.14(1H,d,J=7.9Hz).

[0558] [製造例26-1-5](2-アミノー6-メトキシメチルーピリジン-3-イル)メタノール

[0559] [化151]

水素化アルミニウムリチウム(80%、220mg、4.6mmol)とテトラヒドロフラン(5mL)の混合物に、0℃で製造例26-1-4に記載の2-アミノ-6-メトキシメチルーニコチニック アシド メチル エステル(300mg、1.5mmol)を加え、同温で20分間攪拌した。反応混合物に0℃で28%アンモニア水溶液を滴下した。その混合物を室温まで昇温後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(260mg、100%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.45(3H,s), 4.39(2H,s), 4.62(2H,s), 5.03(2 H,brs), 6.70(1H,d,J=7.3Hz), 7.31(1H,d,J=7.5Hz).

[0560] [製造例26-1-6]2-アミノ-6-メトキシメチルーピリジン-3-カルバルデヒド [0561] [化152]

製造例26-1-5に記載の(2-アミノー6-メトキシメチルーピリジン-3-イル)メタノール(260mg、1.5mmol)と塩化メチレン(15mL)の混合物に、二酸化マンガン(1.3g、15mmol)を加え、室温で終夜攪拌した。反応混合物をセライトを用いてろ過し、ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=3:2)にて精製し、標記化合物(210mg、81%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.48(3H,s), 4.44(2H,s), 6.87(1H,d,J=7.9Hz), 7.82(1H,d,J=7.7Hz), 9.84(1H,s).

[0562] [製造例26-1-7]3-エチニル-6-メトキシメチル-ピリジン-2-イルアミン

[0563] [化153]

ジイソプロピルアミン(0. 15mL、1. 1mmol)とテトラヒドロフラン(2mL)の混合物に、-78℃でn-ブチルリチウム(1. 6M n-ヘキサン溶液、0. 68mL、1. 1mmol)を滴下し、同温で30分間攪拌した。反応混合物に-78℃でトリメチルシリルジアゾメタン(2M n-ヘキサン溶液、0. 50mL、0. 99mmol)を加え、同温で30分間攪拌した。反応混合物に-78℃で、製造例26-1-6に記載の2-アミノー6-メトキシメチルーピリジン-3-カルバルデヒド(150mg、0. 90mmol)とテトラヒドロフラン(1. 5mL)の混合物を滴下し、0℃で30分間攪拌した。反応混合物を-78℃に冷却後、酢酸(0. 10mL)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物を滴下した。反応混合物を徐々に0℃まで昇温し、水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:3)にて精製し、標記化合物(73mg、50%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.40(1H,s), 3.45(3H,s), 4.39(2H,s), 5.07(2 H,brs), 6.72(1H,d,J=7.7Hz), 7.58(1H,d,J=7.5Hz).

[0564] [実施例27]6ーメトキシメチルー3ー(3ー(4ーピリジンー2ーイルオキシメチル)ーベンジル)ーイソキサゾールー5ーイル)ーピリジンー2ーイルアミン

[0565] [{\text{\ti}\text{\tex{

マトグラフィー(酢酸エチル: ヘプタン=2:3)で精製し、標記化合物(10mg、48%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.47(3H,s), 4.07(2H,s), 4.44(2H,s), 5.37(2 H,s), 5.56(2H,brs), 6.25(1H,s), 6.79-6.84(2H,m), 6.87-6.91(1H,m), 7.30(2H,d ,J=7.9Hz), 7.44(2H,d,J=7.9Hz), 7.57-7.61(1H,m), 7.73(1H,d,J=7.9Hz), 8.18(1H,d,J=4.2Hz).

[0566] [実施例28]5-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル) -ピリジン-2-イルアミン

[0567] [化155]

製造例28-1-3に記載の5-エチニルーピリジン-2-イルアミン(10mg、85 µ mol)と製造例1-1-3に記載の4-ベンジルオキシーフェニルーアセトヒドロキシモイル クロライド(70mg、0.25mmol)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(35 µ L、0.25mmol)を加え、室温で3時間40分攪拌した。反応溶液を0℃で水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(1mg、3%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 358.00(MH^{+})$

出発物質5-エチニルーピリジン-2-イルアミンは以下の方法で合成した。

[0568] [製造例28-1-1]2-ニトロー5ートリメチルシラニルエチニルーピリジン

[0569] [化156]

5ーブロモー2ーニトロピリジン(1.00g、4.93mmol)のNーメチルピロリジノン(20 mL)溶液に、室温でトリメチルシリルアセチレン(1.39mL、9.85mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(114mg、985 μ mol)、ヨウ化銅(I)(37.5mg、197 μ mol)、N, Nージイソプロピルエチルアミン(1.72mL、9.85mmol)を加え、窒素雰囲気下、65℃で4時間攪拌した。反応溶液を0℃で水と酢酸エチルに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=6:1)にて精製し、標記化合物(490mg、45%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.298(9H,s), 8.03-8.05(1H,m), 8.22(1H,J =8.4Hz), 8.66(1H,d,J=2.0Hz).

[0570] [製造例28-1-2]5-トリメチルシラニルエチニルーピリジン-2-イルアミン [0571] [化157]

製造例28-1-1に記載の2-ニトロー5-トリメチルシラニルエチニルーピリジン(405mg、1.84mmol)のテトラヒドロフラン(10mL)、水(5mL)溶液に、室温で鉄粉(514mg、9.21mmol)、塩化アンモニウム(197mg、3.69mmol)を加え、70℃で75分間攪拌した。反応溶液を室温まで冷却した後、セライトろ過を行い、ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(319mg、91%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.237(9H,s), 4.73(2H,brs), 6.44(1H,d,J=8.6

Hz), 7.51(1H,dd,J=2.2,8.4Hz), 8.19(1H,d,J=2.2Hz).

[0572] [製造例28-1-3]5-エチニル-ピリジン-2-イルアミン

[0573] [化158]

製造例28−1−2に記載の5−トリメチルシラニルエチニルーピリジン−2−イルアミン(26mg、137 µ mol)のテトラヒドロフラン(1mL)、メタノール(1mL)溶液に、室温で炭酸カリウム(37.9mg、274 µ mol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応溶液を0°Cで水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(16mg、99%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.07(1H,s), 4.73(2H,brs), 6.46(1H,d,J=8.6 Hz), 7.53(1H,dd,J=2.2,8.6Hz), 8.21(1H,s).

[0574] [実施例29]3-(5-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-3-イル) -ピリジン-2-イルアミン

[0575] [化159]

窒素雰囲気下、製造例29-2-3に記載の3-(5-(4-ベンジルオキシーベンジル) -イソキサゾール-3-イル) -5-クロローピリジン-2-イルアミン(50mg、0. 13mmol) のN-メチルピロリジノン(2mL) 溶液に、室温でギ酸(7.3 μ L、0.19mmol)、N, N-ジイソプロピルエチルアミン(67 μ L、0.38mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン) パラジウム(0)(15mg、13 μ mol)を加え、100℃で2時間20分攪

拌した。反応溶液に室温で水と酢酸エチルを加え、セライトろ過を行った。ろ液を水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製した後、更にNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(5mg、11%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.07(2H,s), 5.07(2H,s), 6.24(1H,s), 6.34(2 H,brs), 6.67(1H,dd,J=4.9,7.5Hz), 6.95-6.98(2H,m), 7.20-7.23(2H,m), 7.31-7.45(5H,m), 7.66(1H,dd,J=1.7,7.5Hz), 8.11(1H,dd,J=1.7,4.9Hz).

 $MS m/e(ESI) 358.20(MH^{+})$

出発物質3-(5-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-3-イル)-5-クロローピリジン-2-イルアミンは以下の方法で合成した。

[0576] [製造例29-1-1]2-アミノーピリジン-3-カルバルデヒド オキシム

[0577] [化160]

2ーアミノー3ーフォルミルピリジン(1.00g、8.19mmol)のピリジン(20mL)溶液に、室温でヒドロキシルアミン塩酸塩(854mg、12.3mmol)を加え、室温で1時間40分攪拌した。反応溶液を室温で水と酢酸エチルに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、標記化合物(951mg、85%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):6.60(1H,dd,J=4.8,7.3Hz), 6.94(2H,s), 7.55(1H,m), 7.96(1H,dd,J=1.7,4.8Hz), 8.22(1H,s), 11.2(1H,s).

[0578] 「製造例29-1-2]2-アミノ-5-クロロ-N-ヒドロキシピリジン-3-カルボキシ

イミドイル クロライド

[0579] [化161]

製造例29-1-1に記載の2-アミノーピリジン-3-カルバルデヒド オキシム(95 1mg、6.93mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(20mL)溶液に、室温でN-クロロスクシンイミド(2.22g、16.6mmol)を加え、室温で5時間30分攪拌した。反応溶液を室温で水と酢酸エチルに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(249mg、17%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):7.24(2H,brs), 7.91-7.92(1H,m), 8.06 -8.07(1H,m), 12.6(1H,s).

[0580] [製造例29-2-1](3-(4-ベンジルオキシーフェニル)-プロプ-1-イニル)-トリメチル-シラン

[0581] [化162]

窒素雰囲気下、トリメチルシリルアセチレン(851 μ L、6.02mmol)のテトラヒドロフラン(20mL)溶液に、室温でエチルマグネシウム ブロマイド(3M ジエチルエーテル溶液、1.86mL、5.59mmol)を加え、65℃で40分間攪拌した。反応溶液を室温まで冷却した後、反応溶液に臭化銅(I)(308mg、2.16mmol)、4ーベンジルオキシベンジル クロライド(1.00g、4.30mmol)を加え、65℃で8時間45分攪拌した。反応溶液に室温で飽和塩化アンモニア水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。

有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=30:1)にて精製し、標記化合物(911mg、72%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.18(9H,s), 3.59(2H,s), 5.06(2H,s), 6.92 -6.95(2H,m), 7.23-7.26(2H,m), 7.30-7.34(1H,m), 7.36-7.40(2H,m), 7.42-7.44(2H,m).

[0582] 「製造例29-2-2]1-ベンジルオキシ-4-プロプ-2-イニルーベンゼン

[0583] [化163]

製造例29-2-1に記載の(3-(4-ベンジルオキシーフェニル)ープロプー1ーイニル)ートリメチルーシラン(911mg、3.09mmol)のメタノール(20mL)溶液に、室温で炭酸カリウム(854mg、6.18mmol)を加え、室温で4時間10分攪拌した。反応溶液を室温で水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=20:1)にて精製し、標記化合物(618mg、90%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.16(1H,t,J=2.4Hz), 3.54(2H,d,J=2.4Hz), 5 .05(2H,s), 6.91-6.94(2H,m), 7.24-7.26(2H,m), 7.29-7.43(5H,m).

[0584] [製造例29-2-3]3-(5-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-3 -イル)-5-クロローピリジン-2-イルアミン

[0585] [化164]

製造例29-1-2に記載の2-アミノ-5-クロロ-N-ヒドロキシピリジン-3-カ

ルボキシイミドイル クロライド (100mg、485 μ mol) のジエチルエーテル (2mL)、テトラヒドロフラン (1mL) 溶液に、製造例 29-2-2に記載の1-ベンジルオキシー4-プロプー2ーイニルーベンゼン (113mg、509 μ mol)、トリエチルアミン (81 μ L、58 2 μ mol) を加え、室温で4時間5分攪拌した。反応溶液を減圧下濃縮した。残渣をN Hシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン: 酢酸エチル=5:1) にて精製し、標記化合物 (59mg、31%) を得た。

154

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.11(2H,s), 5.07(2H,s), 6.97-6.99(3 H,m), 7.05(2H,s), 7.24(2H,d,J=8.6Hz), 7.29-7.32(1H,m), 7.37(2H,m), 7.42(2H,m), 8.07(1H,d,J=2.6Hz), 8.11(1H,d,J=2.6Hz).

[0586] [実施例30]3-(5-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサ ゾール-3-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0587] [化165]

製造例30-1-3に記載の5-クロロ-3-(5-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーベンジル)ーイソキサゾールー3ーイル)ーピリジン-2ーイルアミン(37mg、94 µ mol)のNーメチルー2ーピロリジノン(2mL)溶液に、室温でギ酸(5.3 µ L、0.14mmol)、N, Nージイソプロピルエチルアミン(49 µ L、0.28mmol)、ビス(トリーtertーブチルホスフィン)パラジウム(0)(9.6mg、19 µ mol)を加え、窒素雰囲気下100℃で1時間25分攪拌した。反応溶液に室温で水及び酢酸エチルを加え、セライトろ過を行った。ろ液を水と酢酸エチルに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製した後、更にシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(0.66mg、2.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₂) δ (ppm):4.14(2H,s), 5.39(2H,s), 6.27(1H,s), 6.49(2

H,brs), 6.69(1H,dd,J=4.9,7.5Hz), 6.81(1H,d,J=8.4Hz), 6.88-6.91(1H,m), 7.31(2 H,d,J=8.0Hz), 7.47(2H,d,J=8.0Hz), 7.57-7.62(1H,m), 7.68(1H,dd,J=1.8,7.5Hz), 8.09(1H,dd,J=1.8,4.9Hz), 8.17-8.19(1H,m).

MS m/e(ESI) 359.11(MH⁺)

出発物質5-クロロ-3-(5-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル) -イソキサゾール-3-イル)-ピリジン-2-イルアミンは以下の方法で合成した。

[0588] 「製造例30-1-1]2-(4-クロロメチルーベンジルオキシ)ーピリジン

[0589] [化166]

製造例2-1-1に記載した(4-(ピッジン-2-1)ルオキシメチル)-7ェニル)メタノール(540mg, 2.51mmol)、トリフェニルホスフィン(856mg, 3.27mmol)、四塩化炭素(10.8g, 10.2mmol)の混合物を加熱還流下、2時間10分撹拌した。反応溶液を室温に戻し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ペプタン:酢酸エチル=8:1)で精製して標記化合物(300mg, 51.1%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):4.76(2H,s), 5.35(2H,s), 6.86<math>-6.90(1H,m), 6.97-7.20(1H,m), 7.44(4H,s), 7.70-7.76(1H,m), 8.15-8.18(1H,m).

[0590] [製造例30-1-2]2-(4-プロプー2-イニルーベンジルオキシ) - ピリジン

[0591] [化167]

窒素雰囲気下、トリメチルシリルアセチレン(496 μ L、3.51mmol)のテトラヒドロフラン(15mL)溶液に、室温でエチルマグネシウム ブロマイド(3M ジエチルエーテ

ル溶液、1. 09mL、3. 28mmol)を加え、65℃で30分間攪拌した。反応溶液を室温まで冷却した後、反応溶液に臭化銅(I) (168mg、1. 17mmol)、製造例30-1-1に記載の2-(4-クロロメチルーベンジルオキシ)ーピリジン(548mg、2. 34mmol)を加え、65℃で15時間10分攪拌した。反応溶液を室温で飽和塩化アンモニウム水溶液と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。得られた残渣のメタノール(5mL)とテトラヒドロフラン(10mL)溶液に、炭酸カリウム(647mg、4. 68mmol)を加え、室温で3時間25分攪拌した。反応溶液を室温で水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=20:1)にて精製し、標記化合物と2-(4-クロロメチルーベンジルオキシ)ーピリジンの混合物(448mg、目的物の純度20%、17%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.04(1H,m), 3.61(2H,d,J=2.6Hz), 5.30(2H,s), 6.83-6.87(1H,m), 6.95-6.99(1H,m), 7.30-7.32(2H,s), 7.36-7.40(2H,m), 7.68-7.73(1H,m), 8.14-8.16(1H,m).

[0592] [製造例30-1-3]5-クロロ-3-(5-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル) -イソキサゾール-3-イル) -ピリジン-2-イルアミン

[0593] [化168]

製造例29-1-2に記載の2-アミノ-5-クロロ-N-ヒドロキシピリジン-3-カルボキシイミドイル クロライド(50mg、243 μ mol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、室温で製造例30-1-2に記載の2-(4-プロプ-2-イニル-ベンジルオキシ)-ピリジン(271mg、243 μ mol、純度20%)、トリエチルアミン(41 μ L、292 μ mol)を加え、室温で30分間攪拌した後、さらに加熱還流下、2時間25分攪拌した。反応

溶液を室温まで冷却した後、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=5:1)にて精製し、標記化合物(37mg、39%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.22(2H,s), 5.34(2H,s), 6.86(1H,d,J=8.2Hz), 6.97-7.01(1H,m), 7.04(1H,s), 7.07(2H,brs), 7.34(2H,d,J=8.0Hz), 7.44(2H,d,J=8.0Hz), 7.70-7.74(1H,m), 8.09(1H,d,J=2.6Hz), 8.14(1H,d,J=2.6Hz), 8.16-8.18(1H,m).

[0594] [実施例31]3-(1-(4-ベンジルオキシーベンジル)-1H-ピラゾール-4-イルアミン

[0595] [化169]

WO 2007/052615

窒素雰囲気下、2-アミノ-3-ブロモピリジン(44.1mg、0.26mmol)の無水テトラヒドロフラン(7mL)溶液に、製造例31-1-2に記載の1-(4-ベンジルオキシーベンジル)-4-トリブチルスタンナンイルー<math>1H-ピラゾール(141mg、0.26mmol)、30 の 30 の 30

出発物質1-(4-ベンジルオキシ-ベンジル)-4-トリブチルスタンナンイル-1H

158

-ピラゾールは以下の方法で合成した。

[0596] [製造例31-1-1]1-(4-ベンジルオキシーベンジル)-4-ブロモ-1H-ピラ ゾール

[0597] [化170]

窒素雰囲気下、2ーブロモピラゾール(500mg、3.40mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(10mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(196mg、4.08mmol、60% in oil)を加えた。室温で30分間攪拌した後、4ーベンジルオキシベンジルクロリド(791mg、3.40mmol)を加え、室温で60分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(1.1g、94%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.04(2H,s), 5.17(2H,s), 6.94(2H,d,J=8 .8Hz), 7.17(2H,d,J=8.8Hz), 7.31(1H,s), 7.33-7.41(5H,m), 7.47(1H,m).

[0598] [製造例31-1-2]1-(4-ベンジルオキシーベンジル)-4-トリブチルスタンナン イル-1H-ピラゾール

[0599] [化171]

窒素雰囲気下、製造例31-1-1に記載の1-(4-ベンジルオキシーベンジル) -4-ブロモ-1H-ピラゾール(1.10g、3.20mmol)のキシレン(20mL)溶液に、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(370mg、0.32mmol)、ヘキサーn <math>-ブチルチン(5.57g、9.60mmol)を加え、140℃で2時間攪拌した。反応混合物

に室温で水、酢酸エチルを加えセライトろ過し、ろ液を水と酢酸エチルに分配した。 その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥 し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(141mg、8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.87(9H,t,J=7.2Hz), 0.92-1.00(6H,m), 1.2 6-1.35(6H,m), 1.46-1.54(6H,m), 5.05(2H,s), 5.27(2H,s), 6.93-6.95(2H,m), 7.14-7.17(2H,m), 7.23(1H,s), 7.31-7.43(5H,m), 7.46(1H,s).

[0600] [実施例32]3-(1-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-1H-ピ ラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0601] [化172]

窒素雰囲気下、製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2-イルアミン(150mg、0.94mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(48.7mg、1.22mmol、60% in oil)を加えた。室温で40分間攪拌した後、製造例30-1-1に記載の2-(4-クロロメチルーベンジルオキシ)ーピリジン(228mg、0.98mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1ついで酢酸エチル)で精製し、標記化合物(307mg、92%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):5.33(2H,s), 5.35(2H,s), 5.60(2H,brs), 6.61(1H,dd,J=4.8,7.4Hz), 6.84-6.87(1H,m), 6.96-7.00(1H,m), 7.30-7.43(1H,m), 7.31(2H,d,J=8.4Hz), 7.42(1H,t,J=8.4Hz), 7.48(1H,dd,J=2.0,7.2Hz), 7.69-7.73(1H,m), 7.76(1H,d,J=1.2Hz), 7.87(1H,dd,J=2.0,5.0Hz), 8.15-8.17(1H,m), 8.18(1H,d,J=0.8Hz).

出発物質3-(1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミンは以下の方法で合成した。

[0602] [製造例32-1-1]4-ブロモ-1-トリチル-1H-ピラゾール

[0603] [化173]

窒素雰囲気下、4ーブロモピラゾール(10.0g、68.0mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(100mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(23.7mL、170mmol)を滴下した。氷冷下(0℃)で反応溶液にトリチルクロリド(37.9g、136mmol)を加え、その後70℃で3時間攪拌した。反応溶液に水(400mL)を加え、固体を析出させた。析出した固体をろ過し、減圧下乾燥した。さらにトルエンで共沸し、固体を乾燥させ、標記化合物(22.9g、87%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):7.04-7.07(6H,m), 7.35-7.38(9H,m), 7.52(1H,d,J=0.4Hz), 7.76(1H,d,J=0.8Hz).

[0605] [化174]

アルゴン気流下、製造例32-1-1に記載の4-ブロモ-1-トリチル-1H-ピラゾール(4.8g、12.3mmol)、ビス(ピナコラート)ジボラン(5.0g、19.7mmol)、酢酸カリウム(3.62g、36.9mmoL)、1,1'ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンジクロロパラジウム(II)(450mg、0.62mmol)、ジメチルスルホキシド(50mL)の混合物を80℃で17時間10分撹拌した。反応溶液を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製した。溶出液を減圧下濃縮して得られた固体にヘプタンを加え超音波をあてた後、ろ取して標記化合物(1.51g、28.0%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):1.30(12H,s), 7.10-7.16(6H,m), 7.26-7.31

(9H,m), 7.75(1H,s), 7.94(1H,s).

[0606] [製造例32-1-3]3-(1-トリチル-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2 -イルアミン

[0607] [化175]

製造例32-1-2に記載の4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-(1, 3, 2)ジオキサボロラン-2-イル)-1-トリチル-1H-ピラゾール(3. 2g、7. 33mmol)、3-ブロモーピリジン-2-イルアミン(1. 14g、6. 60mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(424mg、0. 37mmol)、トルエン(40mL)、2M炭酸ナトリウム水溶液(10mL)、エタノール(20mL)を95℃で1時間撹拌した。反応溶液を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。酢酸エチル層を1回水洗し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2)で精製して標記化合物(2. 3g、78. 0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):5.52(2H,brs), 6.57(1H,dd,J=7.2,4.8Hz),

7.10-7.16(6H,m), 7.28-7.38(9H,m), 7.42(1H,d,J=7.2Hz), 7.66(1H,s), 7.84(1 H,d,J=4.8Hz), 7.92(1H,s).

[0608] [製造例32-1-4]3-(1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン [0609] [化176]

製造例32-1-3に記載された3-(1-トリチル-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン(2.3g、5.71mmol)、2N 塩酸(15mL)、メタノール(15mL)、テトラヒドロフラン(10mL)を70℃で30分撹拌した。反応溶液を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。分離した水層に飽和重曹水を加え、酢酸エチルで6回抽出した。酢酸エチル層を集めて、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチルついで酢酸エチル:メタノール=10:1)で精製して標記化合物(625mg、68.3%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.59(2H,brs), 6.62(1H,dd,J=4.8,7.6Hz), 7.49(1H,d,J=7.2Hz), 7.88(1H,d,J=4.8Hz), 7.72-8.15(2H,brs), 12.9(1H,brs).

[0610] [実施例33]3-(1-(4-ブトキシメチル-ベンジル)-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0611] [化177]

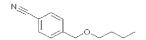
製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イル アミン(20mg、0. 13mmol)とN, N-ジメチルホルムアミド(1mL)の混合物に、水 素化ナトリウム(6. 8mg、0. 19mmol、66% in oil)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物に室温で製造例33-1-4に記載の1-ブトキシメチル-4-クロロ メチルーベンゼン(29mg、0. 14mmol)を加え、40℃で1. 5時間攪拌した。反応混合物を放冷後、水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:へプタン=2:1)で精製し、標記化合物(33mg、78%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):0.92(3H,t,J=7.4Hz), 1.35-1.44(2H,m), 1.5 6-1.62(2H,m), 3.48(2H,t,J=6.6Hz), 4.49(2H,s), 4.61(2H,brs), 5.34(2H,s), 6.70 (1H,dd,J=5.0,7.4Hz), 7.27(2H,d,J=8.1Hz), 7.35(2H,d,J=8.1Hz), 7.39(1H,dd,J=1.8,7.3Hz), 7.58(1H,s), 7.73(1H,d,J=0.7Hz), 8.00(1H,dd,J=1.8,5.1Hz).

出発物質1-ブトキシメチル-4-クロロメチル-ベンゼンは以下の方法で合成した

[0612] 「製造例33-1-1]4-ブトキシメチル-ベンゾニトリル

[0613] [化178]



水素化ナトリウム(270mg、11mmol、66% in oil)とテトラヒドロフラン (20mL)の混合物に、0℃でnーブタノール(1.1mL、12mmol)を加え、室温で45分間攪拌した。反応混合物を0℃に冷却し、同温で4ーシアノベンジル ブロミド(1.5g、7.4mmol)とテトラヒドロフラン (10mL)の混合物を滴下した。反応混合物を室温で3時間攪拌後、反応混合物にN,Nージメチルホルムアミド (10mL)を加え、さらに同温で4.5時間攪拌した。反応混合物を水とジエチルエーテルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル: ヘプタン=1:6)で精製し、標記化合物 (1.2g、84%)を得た。 1 HーNMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):0.93(3H,t,J=7.3Hz),1.37-1.46(2H,m),1.59-1.66(2H,m),3.50(2H,t,J=6.6Hz),4.55(2H,s),7.43-7.46(2H,m),7.62-7.65(2H,m).

[0614] [製造例33-1-2]4-ブトキシメチルーベンジルアミン

[0615] [化179]

水素化アルミニウムリチウム(600mg、13mmol、純度80%)とテトラヒドロフラン(10mL)の混合物に、0℃で製造例33-1-1に記載の4-ブトキシメチルーベンゾニトリル(600mg、3.2mmol)とテトラヒドロフラン(10mL)の混合物を加え、室温で4時間攪拌した。反応混合物に0℃で28%アンモニア水溶液を滴下した。反応混合物を室温まで昇温後、ろ過した。ろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(620mg、101%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.92(3H,t,J=7.3Hz), 1.37-1.44(2H,m), 1.5 6-1.63(2H,m), 3.47(2H,t,J=6.6Hz), 3.86(2H,s), 4.49(2H,s), 7.27-7.32(4H,m).

[0616] [製造例33-1-3](4-ブトキシメチルーフェニル)ーメタノール

[0617] [化180]

製造例33-1-2に記載の4-ブトキシメチルーベンジルアミン(250mg、1.3mm ol)、酢酸(2mL)、および水(2mL)の混合物に、0℃で亜硝酸ナトリウム(1.1g、16 mmol)を加え、室温で40分間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルと水に分配した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液と飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣にメタノール(2mL)と炭酸カリウム(360mg、2.6mmol)を加え、反応混合物を室温で1.5時間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1)で精製し、標記化合物(200mg、78%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.92(3H,t,J=7.3Hz), 1.35-1.44(2H,m), 1.5 7-1.64(2H,m), 3.47(2H,t,J=6.6Hz), 4.50(2H,s), 4.69(2H,s), 7.34(4H,s).

[0618] 「製造例33-1-4]1-ブトキシメチル-4-クロロメチルーベンゼン

[0619] [化181]

製造例33-1-3に記載の(4-ブトキシメチルーフェニル) - メタノール(190mg、0.98mmol)、トリフェニルホスフィン(310mg、1.2mmol)、および四塩化炭素(3 mL)の混合物を加熱還流下、7時間撹拌した。反応混合物を室温まで放冷後、減圧下濃縮した。残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:15)で精製し、標記化合物(180mg、86%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.92(3H,t,J=7.3Hz), 1.35-1.45(2H,m), 1.5 7-1.64(2H,m), 3.47(2H,t,J=6.6Hz), 4.50(2H,s), 4.59(2H,s), 7.32-7.38(4H,m).

[0620] [実施例34]3-(1-(4-フェノキシ-ベンジル)-1H-ピラゾ-ル-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0621] [化182]

窒素雰囲気下、製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2-イルアミン(20mg、0.13mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(7.5mg、0.19mmol、60% in oil)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、その混合物に製造例34-1-1に記載の1-クロロメチルー4-フェノキシーベンゼン(32.8mg、0.15mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1ついで酢酸エチルのみ)で精製し、標記化合物(41mg、86%、純度90%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{e}$) δ (ppm):5.33(2H,s), 5.60(2H,brs), 6.61(1H,dd,

J=4.8,7.4Hz), 6.98-7.01(2H,m), 7.12-7.16(1H,m), 7.34-7.40(2H,m), 7.48-7.65(5H,m), 7.77(1H,s), 7.87(1H,dd,J=1.2,5.0Hz), 8.18(1H,s).

出発物質1-クロロメチルー4-フェノキシーベンゼンは以下の方法で合成した。

[0622] [製造例34-1-1]1-クロロメチル-4-フェノキシーベンゼン

[0623] [化183]

窒素雰囲気下、(4ーフェノキシーフェニル)ーメタノール(408mg、2.04mmol)の四塩化炭素(8.2mL)溶液に、室温でトリフェニルホスフィン(642mg、2.45mmol)を加え、加熱還流下、反応溶液を7時間40分間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1)にて精製し、標記化合物(409mg、92%)を得た。

1H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.76(2H,s), 6.98-7.05(4H,m), 7.15-7.19(1H,m), 7.39-7.46(4H,m).

[0624] [実施例35]3-(1-(3-フェノキシーベンジル)-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0625] [化184]

窒素雰囲気下、製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン(20mg、0.13mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)溶液に、氷冷下(0°C)で水素化ナトリウム(7.5mg、0.19mmol、60% in oil)を加えた。室温で40分間攪拌した後、製造例35<math>-1-1に記載の1-クロロメチル-3-フェノキシベンゼン(32.8mg、0.15mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反

応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: ヘプタン=2:1ついで酢酸エチルのみ)で精製し、標記化合物(20mg、47%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.35(2H,s), 5.59(2H,brs), 6.62(1H,dd, J=1.2,7.4Hz), 6.90-6.95(2H,m), 6.99-7.06(3H,m), 7.13-7.17(1H,m), 7.34-7.41(3H,m), 7.48(1H,dd,J=2.0,7.4Hz), 7.70(1H,d,J=0.8Hz), 7.87(1H,dd,J=2.0,5.0Hz), 8.18(1H,d,J=0.8Hz).

出発物質1-クロロメチル-3-フェノキシーベンゼンは以下の方法で合成した。

[0626] [製造例35-1-1]1-クロロメチル-3-フェノキシーベンゼン

[0627] [化185]

(3-フェノキシーフェニル)ーメタノール(2.00g、10.0mmol)の四塩化炭素(40 mL)溶液に、室温でトリフェニルホスフィン(3.15g、12.0mmol)を加えた。窒素雰囲気下、反応溶液を加熱還流下5時間40分間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1)にて精製し、標記化合物(2.05g、94%)を得た。

1H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):4.37(2H,s), 6.94-6.97(1H,m), 7.00-7.03(2H,m), 7.05-7.06(1H,m), 7.13-7.20(3H,m), 7.37-7.41(2H,m).

[0628] [実施例36]3-(1-(4-ベンジルオキシーベンジル)-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[0629] [化186]

窒素雰囲気下、製造例36-1-2に記載の3-(1H-ピラゾールー4-イル)ーピリジン-2,6-ジアミン(25mg、0.14mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(8.6mg、0.22mmol、60% in oil)を加えた。室温で30分間攪拌した後、4-ベンジルオキシベンジルクロリド(49.9mg、0.22mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1ついで酢酸エチルのみ)で精製し、標記化合物(24.0mg、45%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.06(2H,brs), 5.09(2H,s), 5.21(2H,s), 5.43(2H,brs), 5.77(1H,d,J=8.0Hz), 6.97-7.00(2H,m), 7.15(1H,d,J=8.0Hz), 7.2 3-7.26(2H,m), 7.30-7.34(1H,m), 7.36-7.44(4H,m), 7.56(1H,d,J=1.2Hz), 7.90 (1H,d,J=1.2Hz).

出発物質3-(1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2,6-ジアミンは以下の方法で合成した。

[0630] [製造例36-1-1]3-(1-トリチル-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[0631] [化187]

窒素雰囲気下、製造例13-1-1に記載の3-ヨードーピリジン-2,6-ジアミン(3.3g、7.74mmol、純度70%)のトルエン(50mL)溶液に、エタノール(25mL)、2

N 炭酸ナトリウム水溶液 (12.5mL)、製造例32-1-2に記載の4-(4,4,5,5 ーテトラメチルー(1,3,2)ジオキサボロランー2ーイル)ー1ートリチルー1Hーピラゾール(3.3g、7.56mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(1.02g、0.88mmol)を加え、95℃で2.5時間攪拌した。反応混合物に室温で水と酢酸エチルを加えセライトろ過し、ろ液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:2ついで2:1ついで5:1)で精製し、標記化合物(2.4g、73%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.63(2H,brs), 4.79(2H,brs), 5.90(1H,d,J=8.0Hz), 7.16-7.20(6H,m), 7.29-7.32(10H,m), 7.45(1H,s), 7.77(1H,s).

[0632] [製造例36-1-2]3-(1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン [0633] [化188]

窒素雰囲気下、製造例36-1-1に記載の3-(1-トリチル-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン(10.0g、25.7mmol)の塩化メチレン(14mL)溶液に、トリフルオロアセティック アシッド(7mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチルついで酢酸エチル:メタノール=10:1)で精製し、標記化合物(600mg、60%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.04(2H,brs), 5.41(2H,brs), 5.78(1H,d₆), J=8.4Hz), 7.16(1H,d,J=8.0Hz), 7.62(1H,brs), 7.78(1H,brs), 12.8(1H,brs).

[0634] [実施例37]3-(1-(4-(ピリジン-2-4ルオキシメチル)-ベンジル)-1H-ピ ラゾール-4-4 μ 0)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[0635] [化189]

窒素雰囲気下、製造例36-1-2に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2、6-ジアミン(25mg、0.14mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(3mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(8.6mg、0.22mmol、60% in oil)を加えた。室温で30分間攪拌した後、製造例30-1-1に記載の2-(4-クロロメチルーベンジルオキシ)ーピリジン(43.4mg、0.19mmol)を加え、60℃で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1ついで酢酸エチルのみ)で精製し、標記化合物(22.8mg、43%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):5.07(2H,brs), 5.30(2H,s), 5.32(2H,s), 5.43(2H,brs), 5.78(1H,d,J=8.0Hz), 6.84-6.86(1H,m), 6.96-7.00(1H,m), 7.16(1H,d,J=8.0Hz), 7.28(2H,d,J=8.0Hz), 7.41(2H,d,J=7.6Hz), 7.58(1H,s), 7.69-7.7 3(1H,m), 7.94(1H,s), 8.15-8.17(1H,m).

[0636] [実施例38]3-(1-(4-ブトキシメチル-ベンジル)-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[0637] [化190]

窒素雰囲気下、製造例36-1-2に記載の3-(1H-ピラゾール-4-1)-ピリジン-2、6-ジアミン(20mg、0.11mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(4mL)溶液に、氷冷下(0°C)で水素化ナトリウム(5.9mg、0.15mmol、60% in oil)を加えた。室温で<math>30分間攪拌した後、製造例33-1-4に記載の1-ブトキシメチルー

4ークロロメチルーベンゼン(26.7mg、0.13mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1ついで酢酸エチル)で精製し、標記化合物(29.0mg、72%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):0.864(3H,d,J=7.6Hz), 1.30-1.35(2H,m), 1.47-1.54(2H,m), 3.40(2H,d,J=6.4Hz), 4.42(2H,s), 5.07(2H,brs), 5.29(2H,s), 5.43(2H,brs), 5.78(1H,d,J=8.4Hz), 7.16(1H,t,J=8.0Hz), 7.24-7.29(4H,m), 7.5 8(1H,s), 7.93(1H,s).

[0638] [実施例39]3-(4-(4-ベンジルオキシーベンジル)-ピラゾール-1-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0639] [化191]

製造例39-1-4に記載の3-(4-ブロモーピラゾール-1-イル)ーピリジン-2-イルアミン(34mg、0.14mmol)、製造例39-2-1に記載の(4-ベンジルオキシーベンジル)ートリブチルースズ(84mg、0.17mmol)、とNーメチルピロリジノン(1.5mL)の混合物に、室温でトリーOートリルホスフィン(17mg、0.057mmol)と酢酸パラジウム(II)(3.2mg、0.014mmol)を加え、120℃で5時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷後、反応混合物にフッ化カリウム水溶液と酢酸エチルを加え、ろ過した。有機層を飽和食塩水で分離し、洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(2.6mg,4%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 357.18(MH^{+})$

出発物質3-(4-ブロモーピラゾール-1-イル)-ピリジン-2-イルアミンは以下 の方法で合成した。

「0640」 「製造例39-1-1]2、2-ジメチルーN-ピリジン-2-イループロピオナミド

[0641] [化192]

2ーアミノピリジン(50. 0g、531mmol)の塩化メチレン(500mL)溶液に、0℃でトリエチルアミン(81. 4mL、584mmol)、ピバロイル クロライド(71. 9mL、584mmol)を加え、室温で4時間30分攪拌した。反応溶液を水と塩化メチレンに分配した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。得られた残渣のメタノール(300mL)溶液に、0℃で炭酸カリウム(73. 4g、531mmol)を加え、室温で90分間攪拌した。反応溶液を室温で水と酢酸エチルに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣にヘプタン(300mL)を加え、析出した固体をろ取し、標記化合物(80. 2g、85%)を得た。更に、ろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(12. 2g、13%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):1.22(9H,s), 7.06-7.09(1H,m), 7.72-7.77(1H,m), 8.01-8.03(1H,m), 8.29-8.31(1H,m), 9.71(1H,s).

[0642] [製造例39-1-2]N-(3-ヨードーピリジン-2-イル)-2、2-ジメチループロピ オナミド

「0643」「化193〕

製造例39-1-1に記載の2、2-ジメチル-N-ピリジン-2-イループロピオナ

ミド(3. 0g、17mmol)、N,N,N',N'ーテトラメチルエチレンジアミン(6. 3mL、42mmol)、およびテトラヒドロフラン(60mL)の混合物に-78℃でn-ブチルリチウム(1.6M n-ヘキサン溶液、30mL、47mmol)を滴下し、0℃で終夜攪拌した。反応混合物に-78℃でヨウ素(6. 8g、27mmol)を加え、0℃で1. 5時間攪拌した。反応混合物に水と飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1)にて精製し、標記化合物(2. 9g、57%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.38(9H,s), 6.85(1H,dd,J=4.8,7.9Hz), 7.94(1H,brs), 8.11(1H,dd,J=1.7,7.9Hz), 8.46(1H,dd,J=1.7,4.6Hz).

[0644] [製造例39-1-3]N-(3-(4-ブロモーピラゾール<math>-1-イル) -ピリジン-2-イル) -2、2-ジメチル-プロピオナミド

[0645] [化194]

製造例39-1-2に記載のN-(3-ヨードーピリジン-2-イル)-2、2-ジメチループロピオナミド(380mg、1. 2mmol)とトルエン(10mL)の混合物に室温で4ーブロモピラゾール(160mg、1. 1mmol)、ヨウ化銅(I)(11mg、0. 056mmol)、トランス-1、2-シクロヘキサンジアミン(26mg、0. 22mmol)、および炭酸カリウム(340mg、2. 5mmol)を加え、110℃で終夜攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1)にて精製し、標記化合物(190mg、52%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):1.10(9H,s), 7.45(1H,dd,J=4.8,8.1Hz), 7.84(1H,s), 8.00(1H,dd,J=1.7,7.9Hz), 8.23(1H,s), 8.47(1H,dd,J=1.7,4.8Hz), 9.83 (1H,brs).

[0646] [製造例39-1-4]3-(4-ブロモーピラゾール-1-イル)ーピリジン-2-イルア

174

ミン

[0647] [化195]

製造例39-1-3に記載のN-(3-(4-ブロモーピラゾール-1-イル)ーピリジン-2-イル)-2、2-ジメチループロピオナミド(380mg、1.2mmol)と2.5N 塩酸水溶液(2mL)の混合物を105℃で終夜攪拌した。反応混合物を0℃に冷却し、5 N 水酸化ナトリウム水溶液(1mL)を加えた。生成した固体をろ取し、標記化合物(100mg、72%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):6.34(2H,brs), 6.69(1H,dd,J=4.8,7.7Hz), 7.62(1H,dd,J=1.7,7.7Hz), 7.90(1H,s), 8.02(1H,dd,J=1.7,4.8Hz), 8.45(1H,s).

出発物質(4-ベンジルオキシーベンジル)ートリブチルースズは以下の方法で合成 した。

[0648] 「製造例39-2-1](4-ベンジルオキシーベンジル)ートリブチルースズ

[0649] [化196]

ジイソプロピルアミン (1.1 mL、7.7 mmol) とテトラヒドロフラン (20 mL) の混合物に-78 でn ーブチルリチウム (1.6 M n ー へキサン溶液、4.5 mL、7.1 mmol) を滴下し、同温で30分間攪拌した。反応混合物に同温で水素化トリブチルスズ (1.7 m L、6.5 mmol) を滴下後、0 で30分間攪拌した。反応混合物を-78 でに冷却し、同温で4 - ベンジルオキシベンジル クロリド (1.5 g、6.5 mmol) とテトラヒドロフラン (10 mL) の混合物を滴下した。反応混合物を徐々に室温まで昇温した。反応混合物を水とn ー ヘプタンに分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下

留去した。残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:30)にて精製し、標記化合物(2.6g、83%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.77-0.81(6H,m), 0.86(9H,t,J=7.3Hz), 1.2 1-1.30(6H,m), 1.38-1.46(6H,m), 2.24(2H,s), 5.01(2H,s), 6.80-6.83(2H,m), 6.88-6.91(2H,m), 7.29-7.44(5H,m).

[0650] [実施例40]3-(3-(6-フェノキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール -5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[0651] [化197]

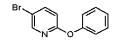
製造例40-1-4に記載の(2-7ェノキシーピリジン-5ーイル)ーアセトヒドロキシモイル クロライド $(59.1 mg, 225 \mu mol)$ と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2, $6-ジアミン(20.0 mg, 150 \mu mol)$ のテトラヒドロフラン(1.3 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン $(41.8 \mu L, 300 \mu mol)$ を加え、50℃で65分攪拌した。反応溶液を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(6m酸エチル:メタノール=10:1)で精製し、標記化合物(52 mg, 97%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.93(2H,s), 5.79(2H,s), 5.81(1H,d,J=8 .4Hz), 6.10(2H,s), 6.40(1H,s), 6.97(1H,d,J=8.4Hz), 7.08-7.10(2H,m), 7.16-7 .20(1H,m), 7.37-7.41(2H,m), 7.50(1H,d,J=8.4Hz), 7.76(1H,dd,J=2.2,8.4Hz), 8. 11(1H,d,J=2.4Hz).

出発物質(2-フェノキシーピリジン-5-イル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは 以下の方法で合成した。

[0652] [製造例40-1-1] 5-ブロモ-2-フェノキシーピリジン

[0653] [化198]



フェノール(1.97g、20.9mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(100mL)溶液に、0℃で水素化ナトリウム(1.00g、20.9mmol)を加え、0℃で5分間攪拌した。続いて、その反応溶液に、0℃で2,5ージブロモピリジン(4.50g、19.0mmol)を加え、室温で40分間攪拌した。更に、その反応溶液を120℃で3時間攪拌した。その反応溶液を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。有機層分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=6:1)で精製し、標記化合物(3.85g、81%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):7.02(1H,dd,J=0.55,8.8 Hz), 7.11-7.14 (2H,m), 7.19-7.23(1H,m), 7.38-7.43(2H,m), 8.04(1H,dd,J=2.6,8.8Hz), 8.25(1 H,dd,J=0.55,2.6Hz).

[0654] [製造例40-1-2]6-フェノキシーピリジン-3-カルバルデヒド

[0655] [化199]

窒素雰囲気下、製造例40-1-1に記載の5-ブロモ-2-フェノキシーピリジン(3.85g、15.4mmol)のテトラヒドロフラン(60mL)溶液に、-78℃でn-ブチルリチウム(10.6mL、1.60Mへキサン溶液、16.9mmol)を加え、-78℃で35分間攪拌した。続いて、その反応溶液に、-78℃でN, N-ジメチルホルムアミド(1.55mL、20.0mmol)を加え、室温でさらに10分間攪拌した。反応溶液を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=5:1)で精製し、標記化合物(1.12g、37%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):7.04(1H,d,J=8.6Hz), 7.17(2H,d,J=7.5Hz), 7 .26-7.31(1H,m), 7.44-7.48(2H,m), 8.19(1H,dd,J=2.2,8.6Hz), 8.63(1H,d,J=2.2Hz), 9.99(1H,s).

[0656] 「製造例40-1-3]5-(2-ニトローエチル)-2-フェノキシーピリジン

[0657] [化200]

窒素雰囲気下、製造例40-1-2に記載の6-フェノキシーピリジン-3-カルバルデヒド(1.12g、5.62mmol)の酢酸(10mL)溶液に、ニトロメタン(1.52mL、28.1mmol)と酢酸アンモニウム(866mg、11.2mmol)を加え、100℃で3時間攪拌した。反応溶液を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣をジメチルスルホキシド(17mL)と酢酸(3mL)に溶解した。その溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(336mg、8.43mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応溶液に炭酸水素ナトリウム、水そして酢酸エチルを加え分配した。有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=3:1)で精製し、標記化合物(753mg、55%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.28(2H,t,J=7.1Hz), 4.60(2H,t,J=7.1Hz), 6 .88(1H,d,J=8.8Hz), 7.11-7.14(2H,m), 7.20-7.24(1H,m), 7.39-7.43(2H,m), 7.55(1H,ddd,J=0.37,2.6,8.4Hz), 8.07(1H,d,J=2.4Hz).

[0658] [製造例40-1-4](2-フェノキシーピリジン-5-イル)-アセトヒドロキシモイル クロライド

[0659] [化201]

製造例40-1-3に記載の5-(2-=トローエチル)-2-フェノキシーピリジン(75 3mg、3.08mmol)のメタノール(10mL)溶液に、リチウムメトキサイド(234mg、6.16mmol)を加え、室温で90分間攪拌した。反応溶液を減圧下濃縮した。得られた残渣をテトラヒドロフラン(10mL)と塩化メチレン(10mL)の混合溶液に縣濁させた。窒素雰囲気下、その縣濁液に-78℃でチタニウム(IV)クロライド(745 μ L、6.87 mmol)を加え、0℃で140分間攪拌した。反応溶液を0℃で水と酢酸エチルに分配した。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(785mg、97%)を粗生成物として得た

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.81(2H,s), 6.99(1H,dd,J=0.73,8.4Hz), 7.09-7.12(2H,m), 7.17-7.21(1H,m), 7.38-7.42(2H,m), 7.72(1H,dd,J=2.6,8.4 Hz), 8.03(1H,dd,J=0.55,2.6Hz), 11.8(1H,s).

[0660] [実施例41]3-(3-(4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0661] [4k202]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(600mg、2. 24mmol)にテトラヒドロフラン(10m L)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(448 μ L、2. 24mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、白色固体を得た。得られた白色固体に製造例41-1-2に記載の2-クロロメチル-5-フルオローピリジン(359mg、2.46mol)とN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)を加え、60℃で1時間撹拌した。反応溶液を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸

エチル=1:1)で精製して、標記化合物(650mg,77%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.96(2H,s), 5.15(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.69(1H,dd,J=4.8,8.0Hz)), 6.79(1H,s), 6.99(2H,d,J=8.4Hz), 7.25(2H,d,J=8.8Hz), 7.59(1H,dd,J=4.8,8.8Hz), 7.76(1H,ddd,J=2.8,8.8,8.8Hz), 7.86(1H,dd,J=2.0,7.6Hz), 8.08(1H,dd,J=2.0,4.8Hz), 8.57(1H,d,J=3.2Hz).

2ークロロメチルー5ーフルオローピリジンは以下のように合成した。

[0662] 「製造例41-1-1](5-フルオローピリジン-2-イル)ーメタノール

[0663] [化203]

窒素雰囲気下、2ーブロモー5ーフルオロピリジン(3.67g、20.8mmol)のトルエン(100mL)溶液に、-78℃にてnーブチルリチウム(15.6mL、1.6Mへキサン溶液、25.0mmol)を滴下した後、30分間攪拌した。この溶液に、-78℃にてN,Nージメチルホルムアミド(8.05mL、104.0mmol)を滴下し、0℃でさらに20分間攪拌した。この反応溶液に水とテトラヒドロフランを加え激しく攪拌した。有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液に、0℃にて水素化ホウ素ナトリウム(1.58g、41.8mmol)を加え、室温にて1時間攪拌した。この反応溶液に、水とテトラヒドロフランを加え分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:ジエチルエーテル=1:2)で精製し、標記化合物(945mg,36%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.75(2H,s), 7.29(1H,dd,J=4.4,8.8Hz), 7.43(1H,ddd,J=2.8,8.4,8.4Hz), 8.42(1H,d,J=2.8Hz).

[0664] [製造例41-1-2]2-クロロメチル-5-フルオローピリジン

[0665] [化204]

製造例41-1-1に記載の(5-フルオローピリジン-2-イル)ーメタノール(945 mg、7.43mmol)の塩化メチレン溶液(70mL)に、塩化チオニル(813 μ L、11.1 mmol)を室温にて滴下し、30分間攪拌した。この反応溶液に水、炭酸水素ナトリウムそして塩化メチレンに分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:ジエチルエーテル=1:1)で精製し、標記化合物(761.1mg,70%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.67(2H,s), 7.26-7.51(2H,m), 8.43(1H,d,J =2.8Hz).

[0666] [実施例42]3-(3-(4-(5-メチルーピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0667] [化205]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-r)/-r)リジン-3-4ル)イソキサゾール-3-4ルメチル) -7ェノール(50mg、0.19mmol)と製造例42-1-2に記載の2-20ロロメチル-5-メチルーピリジン(32mg、0.23mmol)を用いて実施例10と同様の手法により標記化合物(23mg、33%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.29(3H,s), 3.95(2H,s), 5.11(2H,s), 6. 25(2H,brs), 6.69(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 6.79(1H,s), 6.97(2H,d,J=8.4Hz), 7.24(2H,d,J=8.4Hz), 7.38(1H,d,J=8.0Hz), 7.62(1H,d,J=8.0Hz), 7.86(1H,dd,J=1.6,8.0Hz), 8.40(1H,s).

出発物質2-クロロメチル-5-メチル-ピリジンは以下の方法で合成した。

[0668] [製造例42-1-1](5-メチルーピリジン-2-イル)ーメタノール

[0669] [化206]

製造例11-1-1から製造例11-1-3と同様にして標記化合物 (1. 1g)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):2.27(3H,s), 4.45(2H,d,J=5.6Hz), 5.31(1H,t,J=5.6Hz), 7.34(1H,d,J=8.0Hz), 7.59(1H,dd,J=1.6,8.0Hz), 8.31(1H,d,J=1.6Hz).

[0670] 「製造例42-1-2]2-クロロメチル-5-メチルーピリジン

[0671] [化207]

製造例11-1-1に記載の(5-メチルーピリジン-2-イル)ーメタノール(500mg、4.1mmol)、塩化チオニル(0.59mL、8.1mmol)そして塩化メチレン(10mL)の混合溶液を還流下5分撹拌した。反応溶液を室温に戻した後、反応溶液を減圧下濃縮した。得られた残渣をジエチルエーテルと飽和重曹水に分配した。その有機層を分離し、シリカゲルを敷いたグラスフィルター(酢酸エチルで溶出)に通した。その溶出液を濃縮し、標記化合物(440mg、76%)を粗体として得た。得られた化合物はこれ以上精製することなく次の反応に供した。

[0672] [実施例43]3-(3-(4-(4-メチルーピリジン—2-イルオキシメチル) - ベンジ ル) - イソキサゾール—5-イル) - ピリジン—2-イルアミン

[0673] [化208]

製造例43-1-5に記載の(4-(4-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル) - フェニル) - アセトヒドロキシモイル クロリド(270mg、0.930mmol)と製造例1-2

-3に記載の3-エチニルーピリジンー2-イルアミン(40.0 mg、0.339 mmol)の テトラヒドロフラン(7.00 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン($189 \mu L$ 、1.36 mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液を減圧下留去し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: 2 - 2

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.26(3H,s), 4.03(2H,s), 5.30(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.68-6.70(2H,m), 6.80(1H,s), 6.81-6.82(1H,m), 7.32(2H,d,J=8.0 Hz), 7.39(2H,d,J=8.0Hz), 7.86-7.88(1H,m), 8.00-8.02(1H,m), 8.08-8.09(1H,m).

出発物質(4-(4-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0674] [製造例43-1-1]2-(4-ブロモーベンジルオキシ)-4-メチルーピリジン [0675] [化209]

窒素雰囲気下、4ーブロモベンジルアルコール (4.54g, 24.3 mmol)、N, Nージメチルホルムアミド (50.0 mL) の混合物に、0 で水素化ナトリウム (1.00g, 25.0 mmol)、60% in oil) を加え、室温で50分間攪拌した。その後、<math>0 でで2ーフルオロー4ーメチルピリジン (1.80g, 16.2 mmol) を加え、室温で2時間30分攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、ろ過した。そのろ液を減圧下留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (6 mm) で精製し、標記化合物 (2.65g, 58.8%) を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.28(3H,s), 5.31(2H,s), 6.60-6.61(1H,m), 6.69-6.71(1H,m), 7.29-7.32(2H,m), 7.46-7.48(2H,m), 8.00-8.01(1H,m).

[0676] [製造例43-1-2]4-(4-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンズアル デヒド

[0677] [化210]

窒素雰囲気下、製造例43-1-1に記載の2-(4-ブロモーベンジルオキシ)-4-メチルーピリジン(5.70g、20.5mmol)のテトラヒドロフラン(150mL)溶液に、ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)でn-ブチルリチウム(2.67Mn-へキサン溶液、9.21mL、24.6mmol)を滴下し、-78℃で20分間攪拌した。その後、N,N-ジメチルホルムアミド(3.16mL、41.0mmol)を滴下し、-78℃で10分間攪拌した。反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(2.58g、55.4%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.31(3H,s), 5.45(2H,s), 6.66-6.67(1H,m), 6.72-6.74(1H,m), 7.58-7.60(2H,m), 7.85-7.88(2H,m), 8.00-8.01(1H,m), 1 0.0(1H,s).

[0678] [製造例43-1-3]4-メチル-2-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジルオキシ)-ピリジン

[0679] [化211]

窒素雰囲気下、製造例43-1-2に記載の4-(4-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンズアルデヒド(2.60g、11.5mmol)の酢酸(20.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(3.50g、57.3mmol)、酢酸アンモニウム(1.76g、22.9mmol)を加え、100℃で4時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を

酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(3.40g)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.28(3H,s), 5.39(2H,s), 6.75(1H,m), 6.84-6.85(1H,m), 7.50-7.53(2H,m), 7.85-7.87(2H,m), 8.00-8.02(1H,m), 8.1 3(1H,d,J=13.6Hz), 8.23(1H,d,J=13.6Hz).

[0680] [製造例43-1-4]4-メチル-2-(4-(2-ニトローエチル)-ベンジルオキシ)ピ リジン

[0681] [化212]

窒素雰囲気下、製造例43-1-3に記載の4-メチル-2-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(3.10g、11.5mmol)、酢酸(3.10mL)のジメチルスルホキシド(50mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(733mg、18.4mmol)を加え、10分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下し、反応混合物を酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5→1:2)で精製し、標記化合物(1.10g、35.1%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.27(3H,s), 3.22(2H,t,J=6.8Hz), 4.84(2H,t,J=6.8Hz), 5.29(2H,s), 6.69(1H,s), 6.82(1H,d,J=5.2Hz), 7.27(2H,d,J=8.0Hz), 7.37(2H,d,J=8.0Hz), 8.02(1H,d,J=5.2Hz).

[0682] [製造例43-1-5](4-(4-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル) -アセトヒドロキシモイル クロリド

[0683] [化213]

窒素雰囲気下、製造例43-1-4に記載の4-メチルー2-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジルオキシ)ピリジン(500mg、1.84mmol)のメタノール(10.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(140mg、3.68mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(10.0mL)と無水テトラヒドロフラン(5.00mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(667 μ L、6.07mmol)を滴下し、0℃で45分間、その後室温で60分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、その有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(409mg、76.5%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.27(3H,s), 3.82(2H,s), 5.31(2H,s), 6.70(1H,s), 6.82-6.84(1H,m), 7.24-7.28(2H,m), 7.39-7.41(2H,m), 8.01-8.03 (1H,m), 11.73(1H,s).

[0684] [実施例44]3-(3-(4-(5-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジ ル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0685] [化214]

製造例44-1-5に記載の(4-(5-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル) - フェニル)ーアセトドロキシモイル クロリド (246mg、0.846mmol)と製造例1-2 - 3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(40.0mg、0.339mmol)のテトラヒドロフラン(7.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(189 μ L、1.36mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3→1:2)で精製し、標記化合物(21.3mg、16.9%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.20(3H,s), 4.03(2H,s), 5.28(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.68-6.71(1H,m), 6.75-6.77(1H,m), 6.81(1H,s), 7.32(2H,d,J=8.0 Hz), 7.39(2H,d,J=8.0Hz), 7.52-7.55(1H,m), 7.85-7.88(1H,m), 7.96-7.97(1H,m), 8.08-8.09(1H,m).

出発物質(4-(5-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0686] [製造例44-1-1]2-(4-ブロモーベンジルオキシ)-5-メチルーピリジン

[0687] [化215]

窒素雰囲気下、4-ブロモベンジルアルコール (4.54g, 24.3 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (50.0 mL) 溶液に、0 で水素化ナトリウム (1.00g, 25.0 mmol, 60% in oil) を加え、室温で30分間攪拌した。その後、<math>0 で2-フルオロー 5-メチルピリジン (1.80g, 16.2 mmol) を加え、室温で5時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル: 0 つプタン=1:15) で精製し、標記化合物 0 (2.67g, 59.3%) を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.24(3H,s), 5.30(2H,s), 6.70-6.72(1H,m), 7.31-7.33(2H,m), 7.38-7.41(1H,m), 7.46-7.49(2H,m), 7.95-7.96(1H,m).

[0688] [製造例44-1-2]4-(5-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンズアル デヒド

[0689] [化216]

窒素雰囲気下、製造例44-1-1に記載の2-(4-ブロモーベンジルオキシ)-5-メチルーピリジン(5.40g、19.4mmol)のテトラヒドロフラン(150mL)溶液に、ド

ライアイスーエタノールバス下 $(-78^\circ\mathbb{C})$ でnーブチルリチウム $(2.67M\ n$ ーへキサン溶液、8.73mL、23.3mmol)を滴下し、 $-78^\circ\mathbb{C}$ で30分間攪拌した。その後、N,Nージメチルホルムアミド(2.99mL、38.8mmol)を滴下し、 $-78^\circ\mathbb{C}$ で10分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: $^\circ\mathbb{C}$ の溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: $^\circ\mathbb{C}$ の溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($^\circ\mathbb{C}$ 0、 $^\circ\mathbb{C}$ 1、 $^\circ\mathbb{C}$ 3、 $^\circ\mathbb{C}$ 3、 $^\circ\mathbb{C}$ 4、 $^\circ\mathbb{C}$ 5、 $^\circ\mathbb{C}$ 6、 $^\circ\mathbb{C}$ 6、 $^\circ\mathbb{C}$ 7。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.21(3H,s), 5.41(2H,s), 6.72-6.74(1H,m), 7.38-7.41(1H,m), 7.56-7.58(2H,m), 7.83-7.85(2H,m), 7.92-7.93(1H,m), 9.97(1H,s).

[0690] [製造例44-1-3]5-メチル-2-(4-((E)-2-ニトロービニル)-ベンジルオキシ)-ピリジン

[0691] [化217]

窒素雰囲気下、製造例44-1-2に記載の4-(5-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)ーベンズアルデヒド(2.93g、12.9mmol)の酢酸(20.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(3.94g、64.5mmol)、酢酸アンモニウム(1.99g、25.8mmol)を加え、100℃で2.5時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮することにより標記化合物(3.50g)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):2.21(3H,s), 5.38(2H,s), 6.82-6.84(1 H,m), 7.52(2H,d,J=8.4Hz), 7.55-7.58(1H,m), 7.85(2H,d,J=8.4Hz), 7.96-7.97(1H,m), 8.12(1H,d,J=13.6Hz), 8.22(1H,d,J=13.6Hz).

[0692] [製造例44-1-4]5-メチル-2-(4-(2-ニトローエチル)-ベンジルオキシ)ピ リジン [0693] [化218]

窒素雰囲気下、製造例44-1-3に記載の5-メチル-2-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(3.50g、12.9mmol)、酢酸(3.50mL)のジメチルスルホキシド(40.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(822mg、20.6mmol)を加え、10分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4)で精製し、標記化合物(1.91g、54.3%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.20(3H,s), 3.22(2H,t,J=6.8Hz), 4.84(2H,t,J=6.8Hz), 5.27(2H,s), 6.76-6.78(1H,m), 7.27(2H,d,J=8.0Hz), 7.36(2H,d,J=8.0Hz), 7.52-7.55(1H,m), 7.97-7.98(1H,m).

[0694] [製造例44-1-5](4-(5-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル) -アセトヒドロキシモイル クロリド

[0695] [化219]

窒素雰囲気下、製造例44-1-4に記載の5-メチルー2-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジルオキシ)ピリジン(700mg、2.57mmol)のメタノール(30mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(195mg、5.14mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(15.0mL)と無水テトラヒドロフラン(10.0mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(904 μ L、8.22mmol)を滴下し、その後室温で45分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗

浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮することにより標記化合物(569mg、76.1%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.02(3H,s), 3.81(2H,s), 5.29(2H,s), 6 .77-6.79(1H,m), 7.25(2H,d,J=8.0Hz), 7.40(2H,d,J=8.0Hz), 7.53-7.55(1H,m), 7.97-7.98(1H,m), 11.74(1H,s).

[0696] [実施例45]3-(3-(4-(6-フルオローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0697] [化220]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(48.2mg、0.18mmol)にテトラヒドロフラン(3m L)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(36.0 μ L、0.18mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、白色固体を得た。その固体と製造例45-1-1に記載の2-クロロメチル-6-フルオローピリジン(63.2mg、0.43mmol)をN,N-ジメチルホルムアミド(3mL)に加え、室温で3時間撹拌した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製し、標記化合物(47.9mg、59%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.00(2H,s), 5.12(2H,s), 5.40(2H,brs), 6.24 (1H,s), 6.71(1H,dd,J=4.8,7.6Hz), 6.87(1H,dd,J=2.8,8.4Hz), 6.94(2H,d,J=8.8Hz), 7.21(2H,d,J=8.8Hz), 7.40-7.42(1H,m), 7.70(1H,dd,J=1.6,7.6Hz), 7.81(1H,q,J=8.0Hz), 8.13(1H,dd,J=1.6,4.8Hz)

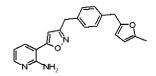
出発物質2-クロロメチル-6-フルオローピリジンは以下の方法で合成した。 [0698] 「製造例45-1-1]2-クロロメチル-6-フルオローピリジン [0699] [化221]

 $2-フルオロ-6-メチルピリジン(420 mg、3.78 mmol)、N-クロロスクシイミド(757 mg、5.67 mmol)、75%過酸化ベンゾイル(24.4 mg、0.08 mmol)、酢酸(13 <math>\mu$ L、0.23 mmol)、アセトニトリル(7 mL)の混合物を85℃にて3時間30分攪拌した。反応混合物を冷却した後、そこに水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製し、標記化合物(370.7 mg、67%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- d_{6}) δ (ppm):4.75(2H,s), 7.17-7.19(1H,m), 7.50-7.52(1H,m), 8.02-8.08(1H,m).

[0700] [実施例46]3-(3-(4-(5-メチル-フラン-2-イルメチル)-ベンジル)-イソ キサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0701] [化222]



製造例46-1-6に記載の(4-(5-メチルーフラン-2-イルメチル)ーフェニル) ーアセトヒドロキシモイル クロリド(11mg、0.043mmol)とテトラヒドロフラン(1mL) の混合物に、室温で製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(4.0mg、0.034mmol)とトリエチルアミン(9.4 μ L、0.068mmol)を加え、45 ℃で3時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:3)で精製し、標記化合物(5.1mg、41%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.24(3H,s), 3.90(2H,s), 4.03(2H,s), 5.53(2 H,brs), 5.85(1H,d,J=2.9Hz), 5.87(1H,d,J=2.9Hz), 6.26(1H,s), 6.72(1H,dd,J=5.0, 7.6Hz), 7.21(4H,s), 7.72(1H,d,J=7.7Hz), 8.12(1H,dd,J=1.8,4.9Hz).

出発物質(4-(5-メチルーフラン-2-イルメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシ モイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0702] [製造例46-1-1]4-(ヒドロキシー(5-メチルーフラン-2-イル)-メチル)ーベ ンズアルデヒド

[0703] [化223]

4ーブロモベンズアルデヒド ジメチルアセタール(2.0mL、12mmol)とジエチル エーテル(30mL)の混合物に、-78℃でnーブチルリチウム(1.6M nーへキサン 溶液、9.0mL、14mmol)を滴下し、同温で20分間攪拌した。反応混合物に、同温で5ーメチルフルフラール(1.3mL、13mmol)を滴下し、0℃で50分間攪拌した。 反応混合物に水と酢酸エチルを加え、抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:2)で精製し、標記化合物(320mg、12%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.28(3H,s), 5.86(1H,s), 5.90-5.91(1H,m), 5.98(1H,d,J=3.1Hz), 7.63(2H,d,J=8.4Hz), 7.89(2H,d,J=7.9Hz), 10.03(1H,s).

[0704] [製造例46-1-2](4-(5-メチル-フラン-2-イルメチル)-フェニル)-メタノ ール

[0705] [化224]

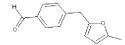
水素化リチウムアルミニウム(230mg、4.9mmol)とテトラヒドロフラン(15mL)の混合物に、0℃でアルミニウム クロリド(830mg、6.2mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物に、0℃で製造例46-1-1に記載の4-(ヒドロキシー(5-メチルーフラン-2-イル)-メチル)-ベンズアルデヒド(320mg、1.5mmol)とテトラヒドロフラン(5mL)の混合物を滴下し、同温で2時間攪拌した。反応混合物に同温で2

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678 192

8%アンモニア水溶液を滴下し、過剰の試薬をクエンチした。反応混合物を室温とし 、セライトベッドを通してろ過した。ろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(330mg)を粗 体として得た。この化合物はさらに精製することなく次の反応に用いた。

[0706] 「製造例46-1-3]4-(5-メチル-フラン-2-イルメチル)-ベンズアルデヒド

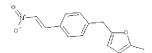
[0707] [化225]



製造例46-1-2に記載の(4-(5-メチル-フラン-2-イルメチル)-フェニル) ーメタノール(350mg、1.7mmol)とジクロロメタン(10mL)の混合物に、室温で二 酸化マンガン(3.5g、4.7mmol)を加え、室温で終夜攪拌した。反応混合物をセラ イトろ過し、そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: ヘプタン=1:6) で精製し、標記化合物(100mg、29%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl₂) δ (ppm):2.25(3H,s), 3.99(2H,s), 5.876-5.883(1H,m)), 5.92(1H,d,J=3.1Hz), 7.39-7.41(2H,m), 7.81-7.83(2H,m), 9.99(1H,s).

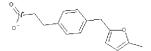
[0708] [製造例46-1-4]2-メチル-5-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジル)-フラン

[0709] [化226]



製造例46-1-3に記載の4-(5-メチルーフラン-2-イルメチル)ーベンズア ルデヒド (96mg、0. 48mmol)と酢酸 (1mL)の混合物に、室温でニトロメタン (190 μL、3. 6mmol)と酢酸アンモニウム(110mg、1. 4mmol)を加え、100℃で3時間 攪拌した。反応混合物を室温とし、水と酢酸エチルを加え、抽出した。有機層を飽和 食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムを用いて乾燥した。ろ液を減圧下濃縮し、標記化 合物(120mg)を粗体として得た。この化合物はさらに精製することなく次の反応に用 いた。

[0710] 「製造例46-1-5]2-メチル-5-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジル)フラン [0711] [化227]



製造例46-1-4に記載の2-メチル-5-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジル)ーフラン(120mg)、酢酸(0.2mL)、およびジメチルスルホキシド(3.4mL)の混合物に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(29mg、0.77mmol)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した。減圧下濃縮し、残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(90mg、77%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.24(3H,s), 3.30(2H,t,J=7.4Hz), 3.89(2H,s), 4.59(2H,t,J=7.4Hz), 5.85-5.87(2H,m), 7.14(2H,d,J=8.2Hz), 7.20(2H,d,J=8.2Hz).

[0712] [製造例46-1-6](4-(5-メチル-フラン-2-イルメチル)-フェニル)-アセト ヒドロキシモイル クロリド

[0713] [化228]

製造例46-1-5に記載の2-メチル-5-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジル)フラン(87mg、0.36mmol)とメタノール(2mL)の混合物に、室温でリチウムメトキシド(27mg、0.71mmol)を加え、室温で15分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去した。得られた残渣と、塩化メチレン(2mL)、およびテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に-78℃でチタニウム(IV)クロリド(86 μ L、0.78mmol)を加え、0℃で1時間攪拌した。反応混合物を-78℃に冷却後、水(5mL)を加え、徐々に室温まで昇温させた。反応混合物に酢酸エチルと水を加え、抽出した。有機層を約pH5になるまで水で洗った。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥した後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(79mg、84%)を得た

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{_{3}}$) δ (ppm):2.24(3H,s), 3.78(2H,s), 3.90(2H,s), 5.85-

5.87(2H,m), 7.20(4H,s).

[0714] [実施例47]3-(3-(4-(2-メチルーピリジン-4-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0715] [化229]

製造例47-1-1に記載の(2-メチルーピリジン-4-イル)-メタノール(40mg、0.33mmol)、塩化チオニル(0.047ml、0.65mmol)、塩化メチレン(4.0ml)を60℃で5分間撹拌した。反応溶液に重曹水と酢酸エチルを加え分液し、酢酸エチル層を硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し4-クロロメチルー2-メチルーピリジンを粗体として得た。

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)イソキサゾールー3ーイルメチル)ーフェノール(87mg、0.33mmol)に2N 水酸化ナトリウム(0.16ml、0.32mmol)、メタノール(1.0ml)を加え溶解した後、メタノールを減圧下留去した。残渣にジメチルホルムアミド(1ml)に上記4ークロロメチルー2ーメチルーピリジンを溶解した溶液を加え60℃で10分間撹拌した。反応溶液に水と酢酸エチルを加え分液し、得られた酢酸エチル層を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:3)で生成し標記化合物(47mg、39%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.47(3H,s), 3.96(2H,s), 5.11(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.68(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 6.79(1H,s), 6.97(2H,d,J=8.8Hz), 7.20(1H,d,J=5.2Hz), 7.25(2H,d,J=8.8Hz), 7.29(1H,s), 7.86(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.08(1H,dd,J=2.0,4.8Hz), 8.42(1H,d,J=5.2Hz).

出発物質(2-メチルーピリジン-4-イル)-メタノールは以下の方法で合成した。

[0716] 「製造例47-1-1](2-メチルーピリジン-4-イル)ーメタノール

[0717] [化230]



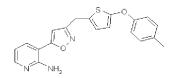
製造例11-1-1から製造例11-1-3と同様にして標記化合物(200mg)を得た

0

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):2.45(3H,s), 4.50(2H,d,J=5.2Hz), 5.37(1H,t,J=5.2Hz), 7.11(1H,d,J=5.2Hz), 7.18(1H,s), 8.36(1H,d,J=5.2Hz).

[0718] [実施例48]3-(3-(5-p-トリルオキシーチオフェン-2-イルメチル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0719] [化231]



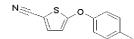
製造例48-1-5に記載の(5-p-トリルオキシーチオフェンー2ーイル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(191mg、0.678mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジンー2ーイルアミン(40.0mg、0.339mmol)のテトラヒドロフラン(7.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(189 μ L、1.36mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(2.03mg、1.65%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.32(3H,s), 4.14(2H,s), 5.54(2H,brs), 6.34-6.36(1H,m), 6.40(1H,s), 6.62-6.63(1H,m), 6.73-6.77(1H,m), 6.98-7. 00(2H,m), 7.11-7.13(2H,m), 7.76-7.78(1H,m), 8.14-8.15(1H,m).

出発物質(5-p-トリルオキシーチオフェン-2-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0720] [製造例48-1-1]5-p-トリルオキシーチオフェン-2-カルボニトリル

[0721] [化232]



窒素雰囲気下、5-ニトロ-2-チオフェンカルボニトリル(6.30g、40.9mmol)

196

のジメチルスルホキシド(100mL)溶液に、p-クレゾール(8.85g、81.8mmol)、炭酸カリウム(11.3g、81.8mmol)を加え、 60° で5時間攪拌した。反応溶液を室温に戻し、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: $^{\circ}$ ペプタン=1:3→2:1)で精製し、標記化合物(6.95g、78.9%)を得た。 $^{\circ}$ H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):2.36(3H,s), 6.38-6.39(1H,m), 7.03-7.05(2H,m), 7.18-7.20(2H,m), 7.33-7.35(1H,m).

[0722] 「製造例48-1-2]5-p-トリルオキシーチオフェン-2-カルバルデヒド

[0723] [化233]

窒素雰囲気下、製造例48-1-1に記載の5-p-トリルオキシーチオフェン-2-カルボニトリル(2.00g、9.29mmol)のテトラヒドロフラン(70.0mL)溶液に、ドライアイス-エタノールバス下(-78℃)で水素化ジイソブチルアルミニウム(0.97M nーヘキサン溶液、23.9mL、23.2mmol)を滴下し、室温で3時間攪拌した。反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(958mg、47.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.36(3H,s), 6.47(1H,d,J=4.0Hz), 7.08(2H,d,J=8.0Hz), 7.20(2H,d,J=8.0Hz), 7.51(1H,d,J=4.0Hz), 9.69(1H,s).

[0724] [製造例48-1-3]2-((E)-2-ニトロービニル)-5-p-トリルオキシーチオフェン

[0725] [化234]

窒素雰囲気下、製造例48-1-2に記載の5-p-トリルオキシーチオフェン-2-カルバルデヒド(2.30g、10.5mmol)の酢酸(20.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(3.20g、52.5mmol)、酢酸アンモニウム(1.62g、21.0mmol)を加え、100℃

で2. 5時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し標記化合物(2. 50g)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.32(3H,s), 6.70(1H,d,J=4.0Hz), 7.18(2H,d,J=8.0Hz), 7.28(2H,d,J=8.0Hz), 7.65(1H,d,J=4.0Hz), 7.78(1H,d,J=12.8Hz), 8.26(1H,d,J=12.8Hz).

[0726] [製造例48-1-4]2-(2-ニトローエチル)-5-p-トリルオキシーチオフェン

[0727] [化235]

窒素雰囲気下、製造例48-1-3に記載の2-((E)-2-ニトロービニル)-5-pートリルオキシーチオフェン(2.50g、9.57mmol)、酢酸(2.50mL)のジメチルスルホキシド(30.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(610mg、20.6mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4)で精製し、標記化合物(1.20g、47.6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.28(3H,s), 3.33(2H,t,J=6.4Hz), 4.81(2H,t,J=6.4Hz), 6.45-6.46(1H,m), 6.67-6.69(1H,m), 6.98-7.00(2H,m), 7.17-7.20(2H,m).

[0728] [製造例48-1-5](5-p-トリルオキシーチオフェン-2-イル)-アセトヒドロキシ モイル クロリド

[0729] [4½236]

窒素雰囲気下、製造例48-1-4に記載の2-(2-ニトローエチル)-5-p-トリ

ルオキシーチオフェン(500mg、1.90mmol)のメタノール(10.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(144mg、3.80mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(15.0ml)と無水テトラヒドロフラン(10.0ml)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(668 μ L、6.08mmol)を滴下し、その後室温で45分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し標記化合物(530mg、99.0%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.28(3H,s), 3.94(2H,s), 6.48(1H,d,J=3.6Hz), 6.74(1H,d,J=3.6Hz), 7.00-7.01(2H,m), 7.18-7.20(2H,m), 11.81(1H,s).

[0730] [実施例49]3-(3-(4-(ピリジン—4-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0731] [化237]

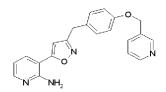
製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(30mg、0.11mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(22.4 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。得られた固体をN、Nージメチルホルムアミド(1mL)に懸濁させた。一方、4-(クロロメチル)ピリジン塩酸塩(50mg、0.39mmol)にTHF(390 μ L)、1N 水酸化ナトリウム水溶液(390 μ L、0.39mol)を加え、その有機層を分離し、4-(クロロメチル)ピリジンのテトラヒドロフラン溶液を得た。このテトラヒドロフラン溶液の一部(224 μ L)を先に調整したN、Nージメチルホルムアミド懸濁液に加え、60℃で45分攪拌した。この混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH

シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(36mg、88%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.17(2H,s), 6.26(2H,brs), 6.68-6.72(1H,m), 6.79(1H,s), 6.99(2H,d,J=8.4Hz), 7.26(2H,d,J=8.8Hz), 7.43(2H,d,J=6.0Hz), 7.87(1H,dd,J=2.0,7.6Hz), 8.09(1H,dd,J=1.6,4.8Hz), 8.57(2H,dd,J=1.6,4.4Hz).

[0732] [実施例50]3-(3-(4-(ピリジン—3-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[0733] [化238]



製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(30mg、0.11mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(22.4 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。その固体をN、Nージメチルホルムアミド(1mL)に懸濁させた。一方、3-(クロロメチル)ピリジン塩酸塩(50mg、0.39mmol)にTHF(390 μ L)、1N 水酸化ナトリウム水溶液(390 μ L、0.39mol)を加え、その有機層を分離し、3-(クロロメチル)ピリジンのテトラヒドロフラン溶液を得た。このテトラヒドロフラン溶液の一部(224 μ L)を上述のN、Nージメチルホルムアミド懸濁液に加え、60℃で45分攪拌した。この混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(40.0mg、100%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.13(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.67-6.74(1H,m), 6.78(1H,s), 7.00(2H,d,J=8.0Hz), 7.26(2H,d,J=7.6Hz), 7.40(1H,m), 7.85-7.89(2H,m), 8.09(1H,d,J=4.8Hz), 8.54(1H,d,J=4.8Hz), 8.6

5-8.68(1H,m).

[0734] [実施例51]3-(3-(4-(4-クロローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イ ソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0735] [化239]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(30mg、0.11mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(22.4 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN、Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例51-1-2に記載の4-クロロ-2-クロロメチルーピリジン(36.3mg、0.22mmoml)のN、Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間攪拌した。この混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標記化合物(36.6mg、83%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.17(2H,s), 6.26(2H,brs), 6.69(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 6.79(1H,s), 7.01(2H,d,J=8.4Hz), 7.26(2H,d,J=8.4Hz), 7.51(1H,dd,J=2.0,5.2Hz), 7.61(1H,d,J=2.0Hz), 7.87(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.08(1H,dd,J=2.0,4.8Hz), 8.55(1H,d,J=5.2Hz).

出発物質4-クロロー2-クロロメチルーピリジンは以下の方法で合成した。

[0736] [製造例51-1-1](4-クロローピリジン-2-イル)ーメタノール

[0737] [化240]

4ークロロー2ーピコリン(1.0g、7.84mmol)とジクロロメタン(20mL)との混合物に、氷冷下、mークロル過安息香酸(3.5g、13.2mmol)を加え、室温にて1.5時間攪拌した。反応に水と炭酸水素ナトリウムを加え、ジクロロメタンで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮して得られた残渣に無水酢酸(20mL)を加え、100℃にて1時間、攪拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、減圧下濃縮した。得られた残渣とメタノール(20mL)との混合物に、氷冷下、5N 水酸化ナトリウム水溶液(1.57mL、7.87mmol)を加え、室温にて1.5時間攪拌した。その混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=6:1)で精製し、標記化合物(200mg、18%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.76(2H,s), 7.23-7.25(1H,m), 7.32-7.33(1H,m), 8.46(1H,d,J=5.6Hz).

[0738] [製造例51-1-2] 4-クロロ-2-クロロメチルーピリジン

[0739] [化241]



製造例51-1-1に記載の(4-2)0ロローピリジン-2-イル)-メタノール(146.8)mg、1.0mmol)とトルエン(3mL)との混合物に、氷冷下、塩化チオニル (112μ) L、1.53mmol)を加え、室温にて1時間15分攪拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(~プタン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標記化合物(97mg、59%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.65(2H,s), 7.26-7.28(1H,m), 7.52-7.53(1H,m), 8.48(1H,d,J=5.6Hz).

[0740] [実施例52]3-(3-(4-(6-クロローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イ

202

ソキサゾール―5ーイル)ーピリジンー2ーイルアミン

[0741] [化242]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(30mg、0.11mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(22.4 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN、Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例52-1-2に記載の2-クロロー6-クロロメチルーピリジン(36.3mg、0.22mmoml)のN、Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間攪拌した。この混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標記化合物(39.5mg、90%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.15(2H,s), 6.26(2H,brs), 6.69(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 6.79(1H,s), 6.99(2H,d,J=8.4Hz), 7.26(2H,d,J=8.4Hz), 7.46-7.52(2H,m), 7.85-7.92(2H,m), 8.08(1H,dd,J=2.0,4.8Hz).

出発物質2-クロロー6-クロロメチルーピリジンは以下の方法で合成した。

[0742] 「製造例52-1-1](6-クロローピリジン-2-イル)ーメタノール

[0743] [化243]

2-クロロー6-メチルピリジン(1.0g、7.84mmol)とジクロロメタン(20mL)との混合物に、氷冷下、m-クロル過安息香酸(3.5g、13.2mmol)を加え、40℃にて1.5時間攪拌した。反応混合物に水と炭酸水素ナトリウムを加え、ジクロロメタンで抽出

した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣に無水酢酸(20mL)を加え、100℃にて1時間、攪拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、減圧下濃縮した。得られた残渣とメタノール(20mL)との混合物に、氷冷下、5N 水酸化ナトリウム水溶液(4mL、20.1mmol)を加え、30分攪拌した。その混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=3:1)で精製し、標記化合物(200mg、18%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.08(1H,brs), 4.75(2H,d,J=5.2Hz), 7.23-7 .27(2H,m), 7.64-7.69(1H,m).

[0744] [製造例52-1-2] 2-クロロー6-クロロメチルーピリジン

[0745] [化244]

製造例52-1-1に記載の(6-クロローピリジン-2-イル)ーメタノール(200mg、1.39mmol)とトルエン(3mL)との混合物に、氷冷下、塩化チオニル(152 μ L、2.09mmol)を加え、室温にて2時間攪拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標記化合物(163.2mg、73%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.64(2H,s), 7.29(1H,d,J=8.0Hz), 7.44(1H,d,J=7.6Hz), 7.70(1H,dd,J=7.6,8.0Hz).

[0746] [実施例53]3-(3-(6-フェノキシ―ピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール ―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[0747] [化245]

[0748] 製造例40-1-4に記載の(2-フェノキシーピリジン-5-イル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(100mg、0.381mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(30mg、0.25mmol)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液にトリエチルアミン(71 μ L、0.51mmol)を加え、窒素雰囲気下、50℃で3時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、標記化合物(27mg、31%)を得た。

¹H−NMR Spectrum (DMSO−d₆) δ (ppm):4.02(2H,s), 6.26(2H,s), 6.68(1H,dd,J=4.8,7.7Hz), 6.83(1H,s), 6.98(1H,d,J=8.6Hz), 7.09(2H,d,J=7.5Hz), 7.18(1H,t,J=7.3Hz), 7.39(2H,t,J=7.5Hz), 7.79(1H,dd,J=2.4,8.6Hz), 7.85(1H,dd,J=1.8,7.7Hz), 8 .07(1H,dd,J=1.8,4.8Hz), 8.13(1H,d,J=2.2Hz).

[0749] [実施例54]3-(3-(6-フェノキシメチル―ピリジン―3-イルメチル)-イソキサゾ ール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[0750] [化246]

製造例54-1-6に記載の(6-フェノキシメチルーピリジン-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(80.0mg、0.289mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(20.0mg、0.169mmol)のテトラヒドロフラン(3.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(70.7μL、0.507mmol)を加え、60℃で4.5時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタ

 $\nu=2:1\rightarrow 3:1$)で精製し、標記化合物(4.00mg、6.60%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.10(2H,s), 5.16(2H,s), 6.27(2H,brs), 6.69-6.72(1H,m), 6.87(1H,s), 6.92-7.02(3H,m), 7.27-7.31(2H,m), 7.48-7. 50(1H,m), 7.78-7.79(1H,m), 7.86-7.88(1H,m), 8.09-8.10(1H,m), 8.58-8.59(1H,m).

出発物質(6-フェノキシメチルーピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0751] 「製造例54-1-1](5-ブロモーピリジン-2-イル)-メタノール

[0752] [化247]

窒素雰囲気下、2,5ージブロモピリジン(10.0g、42.2mmol)のトルエン(300m L)溶液に、ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)でnーブチルリチウム(2.55M nーヘキサン溶液、18.2mL、46.4mmol)を滴下し、-78℃で2時間攪拌した。その後、N,Nージメチルホルムアミド(3.7g、50.6mmol)を滴下し、-78℃で10分間攪拌した。その後、水素化ホウ素ナトリウム(3.20g、84.4mmol)とメタノール(20.0mL)を加え、室温で30分間攪拌した。反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1→2:1)で精製し、標記化合物(4.70g、59.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.54(2H,d,J=5.6Hz), 5.28(1H,t,J=5.6Hz), 7.44-7.47(1H,m), 8.03-8.05(1H,m), 8.59-8.60(1H,m).

[0753] 「製造例54-1-2]5-ブロモ-2-クロロメチルーピリジン 塩酸塩

[0754] [化248]

窒素雰囲気下、製造例54-1-1に記載の(5-ブロモーピリジン-2-イル)ーメ

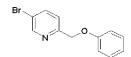
206

タノール(4.70g、25.0mmol)のトルエン(20.0mL)溶液に、氷冷下(0℃)で塩化 チオニル(3.65mL、50.1mmol)を滴下し、室温で5分間攪拌した。溶媒を減圧下 留去し、標記化合物(4.2g、69.2%)を塩酸塩として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.78(2H,s), 7.55-7.57(1H,m), 8.11-8.14(1H,m), 8.70-8.72(1H,m).

[0755] [製造例54-1-3]5-ブロモ-2-フェノキシメチルーピリジン

[0756] [化249]



窒素雰囲気下、フェノール(1.92g、20.4mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(40.0mL)溶液に氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(815mg、20.4mmol、60% in oil)を加え、室温で20分間攪拌した。その後、製造例54-1-2に記載の5-ブロモ-2-クロロメチルーピリジン塩酸塩(4.2g、20.4mmol)とトリエチルアミン(28.0mL、20.4mmol)との混合物を加え、室温で30分、次いで70℃で45分間攪拌させた。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:10)で精製し、標記化合物(4.40g、81.7%)を得た

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.15(2H,s), 6.95-6.99(3H,m), 7.25-7.31(2H,m), 7.42-7.45(1H,m), 7.81-7.83(1H,m), 8.64-8.65(1H,m).

[0757] [製造例54-1-4]6-フェノキシメチル-ピリジン-3-カルバルデヒド

[0758] [化250]

窒素雰囲気下、製造例54-1-3に記載の5-ブロモ-2-フェノキシメチルーピリジン(4.40g、16.6mmol)のジエチルエーテル(250mL)溶液に、ドライアイス-エ

207

タノールバス下(-78℃)でn-ブチルリチウム(2.55M n-ヘキサン溶液、8.46 mL、21.6mmol)を滴下し、-78℃で40分間攪拌した。その後、N, N-ジメチルホルムアミド(1.93mL、25.0mmol)を滴下し、-78℃で20分間攪拌した。反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(1.00g、28.3%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) $_{3}$ $_{3}$ (ppm):5.29(2H,s), 6.97-7.01(3H,m), 7.29-7.33(2H,m), 7.73-7.75(1H,m), 8.19-8.21(1H,m), 9.05-9.06(1H,m), 10.12(1H,s).

[0759] [製造例54-1-5]5-(2-ニトローエチル)-2-フェノキシメチルーピリジン [0760] [化251]

窒素雰囲気下、製造例54-1-4に記載の6-フェノキシメチルーピリジン-3-カルバルデヒド(1.00g、4.69mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(21.4mg、0.56mmol)を加えた。その後、0℃に冷却し、ニトロメタン(372mg、6.10mmol)、リチウムメトキシド(193mg、5.07mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。その後、反応溶液を減圧下濃縮した。その残渣にテトラヒドロフラン(20.0mL)を加え、無水酢酸(6.24g、61.1mmol)、トリエチルアミン(1.42mL、10.2mmol)を加え、70℃で1時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去した。その残渣に、メタノール(20.0mL)を加え、氷冷下(0℃)で水素化ホウ素ナトリウム(263mg、6.96mmol)を加えた。0℃で5分間攪拌した後、0℃で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1)で精製し、標記化合物(170mg、14.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.25(2H,t,J=6.8Hz), 4.91(2H,t,J=6.8Hz), 5.14(2H,s), 6.93-6.97(1H,m), 7.00-7.02(2H,m), 7.27-7.31(2H,m), 7.46-7.48(1H,m), 7.75-7.78(1H,m), 8.49-8.50(1H,m).

[0761] [製造例54-1-6](6-フェノキシメチルーピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[0762] [化252]

窒素雰囲気下、製造例54-1-5に記載の5-(2-ニトローエチル)-2-フェノキシメチルーピリジン(170mg、0.658mmol)のメタノール(7.00mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(50.0mg、1.32mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(10.0ml)と無水テトラヒドロフラン(5.00ml)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(231 μ L、2.11mmol)を滴下し、その後室温で30分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し標記化合物(169mg、92.8%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.90(2H,s), 5.17(2H,s), 6.93-6.97(1 H,m), 7.01-7.03(2H,m), 7.27-7.30(2H,m), 7.49-7.51(1H,m), 7.72-7.74(1H,m), 8.49-8.50(1H,m), 11.83(1H,s).

[0763] [実施例55]3-(3-(4-(6-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-ベン ジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0764] [化253]

製造例55-1-5に記載の(4-(6-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル)

ーフェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド(200mg、0.679mmol)と製造例1ー2ー3に記載の3ーエチニルーピリジンー2ーイルアミン(50mg、0.423mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(237 μ L、1.7mmol)を加え、50℃で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(59mg、23%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.07(2H,s), 5.32(2H,s), 5.64(2H,brs), 6.27 (1H,s), 6.47-6.50(1H,m), 6.64-6.67(1H,m), 6.71-6.74(1H,m), 7.30(2H,d,J=8.4Hz), 7.43(2H,d,J=8.4Hz), 7.63-7.69(1H,m), 7.72-7.75(1H,m), 8.11-8.12(1H,m).

出発物質(4-(6-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)アセトヒ ドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[0765] [製造例55-1-1]4-(6-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル) - ベンゾニトリル

[0766] [化254]

2,6-ジフルオロピリジン(5g、43.4mmol)と4-(ヒドロキシメチル)ベンゾニトリル(8.67g、65.1mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(50mL)溶液に水素化ナトリウム(2.56g、65.1mmol、60% in oil)を室温で加えた。その混合物を70℃で4時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1~4:1)で精製し、標記化合物(5.99g、61%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.41(2H,s), 6.74-6.77(1H,m), 6.87-6.89(1H,m), 7.63-7.66(2H,m), 7.85-7.88(2H,m), 7.90-7.96(1H,m).

210

[0767] [製造例55-1-2]4-(6-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンズア ルデヒド

[0768] [化255]

製造例55-1-1に記載の4-(6-フルオローピリジンー2-イルオキシメチル) - ベンゾニトリル(5.99g、26.2mmol)のトルエン溶液(41mL)に、窒素雰囲気下、-70℃~-78℃でジイソブチルアルミニウム ハイドライド(1.01Mトルエン溶液、39.3mmol)を加えた。その混合液を室温で2時間撹拌した。その混合液を酢酸エチルと20%ロッシェル塩水溶液に分配した。セライトベッドを通したろ過による不溶物の除去後、そのろ液を分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1~4:1)で精製し、標記化合物(4.57g、75%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.43(2H,s), 6.50-6.53(1H,m), 6.70-6.72(1H,m), 7.60-7.62(2H,m), 7.66-7.72(1H,m), 7.88-7.91(2H,m), 10.0(1H,s).

[0769] [製造例55-1-3]2-フルオロ—6-(4-(E)-2-ニトロ—ビニル)-ベンジルオキシ)-ピリジン

[0770] [化256]

製造例55-1-2に記載の4-(6-フルオローピリジン―2-イルオキシメチル) - ベンズアルデヒド(4.57g、19.8mmol)、ニトロメタン(2.13mL、39.6mmol)、酢酸アンモニウム(2.29g、29.7mmol)そして酢酸(45.7mL)の混合物を100℃で19時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮した。その残渣を酢酸エチルに溶解し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標記化合物(3.44g、63%)を得た。

211

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):5.39(2H,s), 6.50-6.53(1H,m), 6.68-6.71(1H,m), 7.52-7.61(5H,m), 7.66-7.72(1H,m), 8.03-8.99(1H,m).

[0771] [製造例55-1-4]2-フルオロー6-(4-(2-ニトローエチル)-ベンジルオキシ)-ピリジン

[0772] [化257]

製造例55-1-3に記載の2-フルオロー6-(4-(E)-2-ニトロービニル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(3.44g、12.5mmol)の酢酸(3.44mL)とジメチルスルホキシド(58.5mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(757mg、20mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で4時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1~4:1)で精製し、標記化合物(1.6g、46%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.31-3.35(2H,m), 4.60-4.63(2H,m), 5.31 (2H,s), 6.48-6.50(1H,m), 6.64-6.67(1H,m), 7.22-7.24(2H,m), 7.41-7.43(2H,m), 7.63-7.69(1H,m).

[0773] [製造例55-1-5](4-(6-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル)-フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド

[0774] [化258]

製造例55-1-4に記載の2-フルオロー6-(4-(2-ニトローエチル) - ベンジルオキシ) - ピリジン(1.6g、5.79mmol)のメタノール溶液(20mL)にリチウムメトキシド(449mg、11.6mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(24

mL)とテトラヒドロフラン(12mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(2.04mL、18.5mmol)を滴下した。その混合物を室温で2時間撹拌した。その混合物を-78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣を酢酸エチル中で粉砕した。その固体を集め、減圧下乾燥することにより、標記化合物(1.36g、80%)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0775] [実施例56]3-(3-4-(5-フルオロ―ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジ ル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0776] [化259]

製造例56-1-5に記載の((4-(5-フルオローピリジンー2-イルオキシメチル) -フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド(800mg、2.72mmol)と製造例1-2 -3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(200mg、1.69mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(948 µ L、6.8mmol)を加え、 50℃で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(214mg、21%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):4.08(2H,s), 5.08(2H,s), 5.54(2H,brs), 6.27 (1H,s), 6.71-6.74(1H,m), 7.13-7.16(1H,m), 7.31-7.39(5H,m), 7.71-7.73(1H,m), 8.11-8.14(2H,m).

出発物質(4-(5-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)アセトヒ ドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[0777] 「製造例56-1-1]4-(5-フルオロ—ピリジン—2-イルオキシメチル)ーベンゾニ

トリル

[0778] [化260]

2-ブロモー5-フルオロピリジン (5g, 28.4 mmol)と4- (ヒドロキシメチル) -ベン ゾニトリル (5.67g, 42.4 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (50 mL) 溶液に水素化ナトリウム (1.7g, 42.4 mmol, 60% in oil)を室温で加えた。その混合物を70℃で3時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1~1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物 (5.5g, 85%)を得た。 1 H-NMR Spectrum $(CDCl_3)$ δ (ppm):5.15(2H,s),<math>7.14-7.17(1H,m),7.39-7.41(1H,m),7.53-7.55(2H,m),7.70-7.72(2H,m),8.12-8.13(1H,m).

[0779] [製造例56-1-2]4-(5-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル)ベンズアル デヒド

[0780] [化261]

製造例56-1-1に記載の4-(5-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンゾニトリル(5.5g、24.1mmol)のトルエン溶液(37mL)に、窒素雰囲気下、-70℃~-78℃でジイソブチルアルミニウム ハイドライド(35.8mL、1.01Mトルエン溶液、36.2mmol)を加えた。その混合液を室温で3時間撹拌した。その混合液を酢酸エチルと20%ロッシェル塩水溶液に分配した。セライトを通したろ過による不溶物の除去後、そのろ液を分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(2.71g、49%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.31-5.33(2H,m), 7.46-7.50(1H,m), 7.57-7.59(1H,m), 7.64-7.69(2H,m), 7.88-7.96(2H,m), 8.21-8.22(1H,m), 1

0.0(1H,s).

[0781] [製造例56-1-3]5-フルオロ-2-(4-((E)-ニトロ-ビニル)-ベンジルオキシ)-ピリジン

[0782] [化262]

製造例56-1-2に記載の4-(5-フルオローピリジン—2-イルオキシメチル)ベンズアルデヒド(2.71g、11.7mmol)、ニトロメタン(1.26mL、23.4mmol)、酢酸アンモニウム(1.35g、17.6mmol)そして酢酸(30mL)の混合物を100℃で10時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(2.9g)を得た。

この化合物は、精製することなく次の反応に用いた。

[0783] [製造例56-1-4](5-フルオロ-2-(4-(2-ニトロ-エチル)-ベンジルオキシ)-ピリジン

[0784] [化263]

製造例56-1-3に記載の5-フルオロー2-(4-((E)-ニトロービニル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(2.9g、10.6mmol)の酢酸(2.9mL)とジメチルスルホキシド(49mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(642mg、17mmol)を適宜冷却しながら加えた。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1)で精製し、標記化合物(1.63g、56%)を得た

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.21-3.25(2H,m), 4.83-4.87(2H,m), 5.15(2H,s), 7.31(2H,d,J=8Hz), 7.40(2H,d,J=8Hz), 7.44-7.48(1H,m), 7.54-7.

57(1H,m), 8.18-8.19(1H,m).

[0785] [製造例56-1-5](4-(5-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル)-フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド

[0786] [化264]

製造例56-1-4に記載の(5-フルオロー2-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(1.63g、5.9mmol)のメタノール溶液(20mL)にリチウムメトキシド(448mg、11.8mmol)を加えた。その混合物を2時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(24mL)とテトラヒドロフラン(12mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(2.07mL、18.9mmol)を滴下した。その混合物を室温で2時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣を酢酸エチル中で粉砕した。その固体を集め、減圧下乾燥することにより、標記化合物(1.75g)を得た。

この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0787] [実施例57]3-(3-(1-ベンジル—1H-ピロール—3-イルメチル)-イソキサゾ ール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[0788] [化265]

製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(74 mg, 0.56 mmol)と製造例57-1-3に記載の(1-ベンジル-1H-ピロール-3-イル)アセトヒドロキシモイル クロリド(280 mg, 1.1 mmol)を用いて実施例3と同様の手法により標記化合物(27 mg, 7.3%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.78(2H,s), 5.03(2H,s), 5.99(1H,d,J=2.

0Hz), 6.24(2H,brs), 6.68-6.80(4H,m), 7.18(2H,d,J=8.4Hz), 7.23-7.36(3H,m), 7.87(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.08(1H,dd,J=2.0,4.8Hz).

出発物質(1-ベンジル-1H-ピロール-3-イル)アセトヒドロキシモイル クロリド は以下の方法で合成した。

[0789] 「製造例57-1-1]1-ベンジル-3-((E)-2-ニトロービニル)-1H-ピロール

[0790] [化266]

1-ベンジル-1H-ピロール-3-カルバルデヒド(2.9g、15mmol)を用い製造 例3-1-3と同様の手法により標記化合物(3.0g、85%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):5.16(2H,s), 6.60-6.63(1H,m), 6.99(1 H,dd,J=2.0,2.0Hz), 7.22-7.40(5H,m), 7.60(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 7.80(1H,d,J=13.2Hz), 8.03(1H,d,J=13.2Hz).

[0791] 「製造例57-1-2]1-ベンジル-3-(2-ニトローエチル)-1H-ピロール

[0792] [化267]

製造例57-1-1に記載の1-ベンジル-3-((E-2-=)-ロービニル)-1H-ピロール(3.0g、13mmol)を用いて製造例3-1-4と同様の手法により標記化合物(2.3g、75%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.00(2H,d,J=6.8Hz), 4.67(2H,d,J=6.8Hz), 5.01(2H,s), 5.92(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.66(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.73(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 7.13-7.17(2H,m), 7.23-7.35(3H,m).

[0793] [製造例57-1-3](1-ベンジル-1H-ピロール-3-イル)アセトヒドロキシモイル クロリド

[0794] [化268]

製造例57-1-2.に記載の1-ベンジル-3-(2-ニトローエチル)-1H-ピロール(280mg、1.1mmol)を用いて製造例<math>3-1-5と同様の手法により標記化合物(550mg、51%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.57(2H,s), 5.03(2H,s), 5.97(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.77(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.79(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 7.15-7.22(2H,m), 7.23-7.40(3H,m), 11.46(1H,s).

[0795] [実施例58]3-(3-(6-(4-フルオロ—ベンジルオキシ)-ピリジン—3-イルメ チル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[0796] [4k269]

製造例58-1-5に記載の(6-(4-フルオローベンジルオキシ)ーピリジン-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(150mg、0.508mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(30.0mg、0.254mmol)のテトラヒドロフラン(10.0mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(106 μ L、0.762mmol)を加え、60℃で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:2)で精製し、標記化合物(21.2mg、22.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):4.00(2H,s), 5.31(2H,s), 6.27(2H,brs), 6.68-6.71(1H,m), 6.83(1H,s), 6.84-6.86(1H,m), 7.17-7.22(2H,m), 7.47-7. 51(2H,m), 7.67-7.70(1H,m), 7.86-7.88(1H,m), 8.08-8.10(1H,m), 8.16-8.17(1H,m).

出発物質(6-(4-フルオローベンジルオキシ)ーピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0797] [製造例58-1-1]5-ブロモ-2-(4-フルオローベンジルオキシ)ーピリジン

[0798] [化270]

窒素雰囲気下、4ーフルオロベンジルアルコール(2.60g、20.6mmol)のN, N ージメチルホルムアミド(30.0mL)溶液に、0℃で水素化ナトリウム(0.88g、22.2 mmol、60% in oil)を加え、室温で10分間攪拌した。その後、0℃で2, 5ージブロモピリジン(3.50g、14.8mmol)を加え、室温で19時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(3.75g、89.8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.29(2H,s), 6.68-6.70(1H,m), 7.02-7.06(2H,m), 7.38-7.42(2H,m), 7.61-7.64(1H,m), 8.19-8.20(1H,m).

[0799] [製造例58-1-2]6-(4-フルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-カルバル デヒド

[0800] [化271]

窒素雰囲気下、製造例58-1-1に記載の5-ブロモ-2-(4-フルオローベンジルオキシ)ーピリジン(3.75g、13.3mmol)のジエチルエーテル(150mL)溶液に、ドライアイス-エタノールバス下(-78℃)でn-ブチルリチウム(2.55Mn-ヘキサン溶液、6.26mL、16.0mmol)を滴下し、-78℃で30分間攪拌した。その後、N,N-ジメチルホルムアミド(1.54mL、20.0mmol)を滴下し、-78℃で5分間攪拌した。反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(2.23g、72.5%)を得た

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₂) δ (ppm):5.45(2H,s), 6.87-6.90(1H,m), 7.05-7.09(

2H,m, 7.42-7.46(2H,m), 8.07-8.10(1H,m), 8.64-8.65(1H,m), 9.96(1H,s).

[0801] [製造例58-1-3]2-(4-フルオローベンジルオキシ)-5-((E)-2-ニトロービニル)-ピリジン

[0802] [化272]

窒素雰囲気下、製造例58-1-2に記載の6-(4-フルオローベンジルオキシ) -ピリジン-3-カルバルデヒド(2.23g、9.64mmol)の酢酸(20.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(2.94g、48.2mmol)、酢酸アンモニウム(1.49g、19.3mmol)を加え、105℃で2.5時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し標記化合物(2.60g)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.41(2H,s), 7.00-7.02(1H,m), 7.18-7.24(2H,m), 7.50-7.54(2H,m), 8.14-8.18(1H,m), 8.22-8.26(1H,m), 8.26-8.2 9(1H,m), 8.64-8.65(1H,m).

[0803] [製造例58-1-4]2-(4-フルオローベンジルオキシ)-5-(2-ニトローエチル) -ピリジン

[0804] [化273]

窒素雰囲気下、製造例58-1-3に記載の2-(4-7)ルオローベンジルオキシ) -5-((E)-2-1トロービニル)-ピリジン(2.60g, 9.48 mmol)、酢酸(3.00 mL)のジメチルスルホキシド(20.0 mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(574 mg, 15.2 mmol)を加え、(20)分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と

飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。 そのろ液を減圧下溶媒留去し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(785mg、30.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm): 3.18(2H,t,J=6.8Hz), 4.85(2H,t,J=6.8Hz), 5.31(2H,s), 6.84-6.86(1H,m), 7.18-7.23(2H,m), 7.48-7.52(2H,m), 7.68-7.70(1H,m), 8.07-8.08(1H,m).

[0805] [製造例58-1-5](6-(4-フルオローベンジルオキシ) -ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[0806] [化274]

窒素雰囲気下、製造例58-1-4に記載の2-(4-フルオローベンジルオキシ) -5-(2-ニトローエチル)-ピリジン(785mg、2.84mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(216mg、5.68mmol)を加え、室温で30分間 攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(20.0mmol)と無水テトラヒドロフラン(5.00mmol)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78° C)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(998 μ L、9.09mmol)を滴下し、その後室温で45分間攪拌した。氷冷下(0° C)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し標記化合物(801mg、95.7%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.79(2H,s), 5.31(2H,s), 6.85-6.87(1 H,m), 7.18-7.22(2H,m), 7.48-7.52(2H,m), 7.60-7.62(1H,m), 8.07-8.08(1H,m), 11.76(1H,s).

[0807] [実施例59]3-(3-(4-(4-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-ベン ジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0808] [化275]

出発物質(4-(4-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセト ヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[0809] [製造例59-1-1]4-(4-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル) - ベンゾニ トリル

m, 7.76-7.78(1H,m), 8.09-8.11(1H,m), 8.19-8.21(2H,m).

[0810] [化276]

2-クロロー4-フルオロピリジン(2.88g、21.9mmol)と4-(ヒドロキシメチル)ベンゾニトリル(4.37g、32.9mmol)のN、Nージメチルホルムアミド(15mL)溶液に水素化ナトリウム(1.29g、32.9mmol、60% in oil)を室温で加えた。その混合物を70℃で4時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:

1~2:1)で精製し、標記化合物(4.08g、82%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.17(2H,s), 6.81-6.83(1H,m), 6.908-6.9 13(1H,m), 7.52-7.54(2H,m), 7.70-7.73(2H,m), 8.23-8.24(1H,m).

[0811] [製造例59-1-2]4-(4-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル) - ベンズア ルデヒド

[0812] [化277]

製造例59-1-1に記載の4-(4-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル) - ベンゾニトリル(4.08g、17.9mmol)のトルエン溶液(28mL)に、窒素雰囲気下、-70℃~-78℃でジイソブチルアルミニウム ハイドライド(26.6mL、1.01Mトルエン溶液、26.9mmol)を加えた。その混合液を室温で3時間撹拌した。その混合液を酢酸エチルと20%ロッシェル塩水溶液に分配した。セライトを通したろ過による不溶物の除去後、そのろ液を分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(1.5g、36%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.20(2H,s), 6.82-6.84(1H,m), 6.92-6.93(1H,m), 7.57-7.59(2H,m), 7.93-7.95(2H,m), 8.22-8.24(1H,m), 10.0(1H,s).

[0813] [製造例59-1-3]4-フルオロ—2-(4-((E)-2-ニトロ—ビニル)-ベンジル オキシ)-ピリジン

[0814] [4k278]

製造例59-1-2に記載の4-(4-フルオローピリジン—2-イルオキシメチル) - ベンズアルデヒド(1.5g、6.49mmol)、ニトロメタン(698 µ L、13mmol)、酢酸アンモニウム(750mg、9.74mmol)そして酢酸(15mL)の混合物を100℃で6時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。そ

の有機層を水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧 下濃縮し、標記化合物(1.72g)を得た。

この化合物は、精製することなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.16(2H,s), 6.82-6.84(1H,m), 6.917-6.9 23(1H,m), 7.49-7.51(2H,m), 7.59-7.62(3H,m), 8.00-8.04(1H,m), 8.23-8.24(1H,m).

[0815] [製造例59-1-4]4-フルオロ-2-(4-(2-ニトロ-エチル)-ベンジルオキシ)-ピリジン

[0816] [化279]

製造例59-1-3に記載の4-フルオロー2-(4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(1.72g、6.27mmol)の酢酸(1.7mL)とジメチルスルホキシド(29mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(380mg、10mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~1:1)で精製し、標記化合物(960mg、55%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.33-3.37(2H,m), 4.61-4.65(2H,m), 5.09 (2H,s), 6.81-6.83(1H,m), 6.91-6.92(1H,m), 7.25-7.27(3H,m), 7.36-7.38(1H,m), 8.20-8.22(1H,m).

[0817] [製造例59-1-5](4-(4-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド

[0818] [化280]

製造例59-1-4に記載の4-フルオロー2-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(960mg、3.47mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(264mg、6.94mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(14mL)とテトラヒドロフラン(7.2mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(1.22mL、11.1mmol)を滴下した。その混合物を室温で2時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣を酢酸エチル中で粉砕した。その固体を集め、減圧下乾燥することにより、標記化合物(969mg)を得た。

この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0819] [実施例60]3-(3-(3-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0820] [化281]

製造例60-1-4に記載の3-(ピリジン-2-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(200mg、0.723mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(55mg、0.461mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(252 μ L、1.81mmol)を加え、50℃で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1~1:1)で精製し、標記化合物(52mg、20%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.03(2H,s), 5.20(2H,s), 5.80(2H,brs), 6.26 (1H,s), 6.73-6.76(1H,m), 6.89-6.91(4H,m), 7.19-7.24(1H,m), 7.50-7.51(1H

,m), 7.68-7.77(2H,m), 8.09-8.11(1H,m), 8.57-8.59(1H,m).

出発物質3-(ピリジン-2-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[0821] [製造例60-1-1]3-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンズアルデヒド

[0822] [化282]

3ーヒドロキシベンズアルデヒド(3g、24.6mmol)と炭酸カリウム(10.2g、73.8mmol)をN, Nージメチルホルムアミド(60mL)に懸濁した。その懸濁液に2ーピコリルクロライド塩酸塩(4.44g、27.1mmol)を加え、室温で14時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1~1:1)で精製し、標記化合物(2.98g、57%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.27(2H,s), 7.24-7.29(2H,m), 7.44-7.52(4H,m), 7.71-7.76(1H,m), 8.62-8.63(1H,m), 9.98(1H,s).

[0823] [製造例60-1-2]2-(3-((E)-2-ニトロ―ビニル)-フェノキシメチル)-ピリ ジン

[0824] [化283]

製造例60-1-1に記載の3-(ピリジン-2-イルメトキシ) - ベンズアルデヒド(2 . 98g、14mmol)、ニトロメタン(1. 51mL、28mmol)、酢酸アンモニウム(1. 62g、 21mmol)そして酢酸(30mL)の混合物を100℃で6時間撹拌した。その混合物を 標記化合物(2.56g、71%)を得た。

室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水で洗浄し、 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカ ゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1~1:1)で精製し、

226

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.27(2H,s), 7.12-7.17(3H,m), 7.28-7.30(1H,m), 7.35-7.39(1H,m), 7.52-7.58(2H,m), 7.74-7.78(1H,m), 7.94-7.97(1H,m), 8.62-8.64(1H,m).

[0826] [化284]

製造例60-1-2に記載の2-(3-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシメチル)ーピリジン(2.56g、10mmol)の酢酸(2.5mL)とジメチルスルホキシド(43mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(605mg、16mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で1.5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1~4:1~1:1)で精製し、標記化合物(1.66g、64%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):3.20-3.23(2H,m), 4.83-4.87(2H,m), 5.44(2H,s), 6.86-6.89(1H,m), 6.91-6.93(1H,m), 7.00(1H,m), 7.26-7.30(1H,m), 7.64-7.67(1H,m), 7.86-7.88(1H,m), 8.21-8.24(1H,m), 8.75-8.76(1H,m)

[0827] [製造例60-1-4]3-(ピリジン―2-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシ モイル クロライド

[0828] [化285]

製造例60-1-3に記載の2-(3-(2-ニトロ—エチル)-フェノキシメチル)ーピリジン(1.66g、6.43mmol)のメタノール溶液(20mL)にリチウムメトキシド(488mg、12.9mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(24mL)とテトラヒドロフラン(12mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(2.26mL、20.6mmol)を滴下した。その混合物を室温で2時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.25g)を得た。

この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0829] [実施例61]3-(3-(3-ベンジルオキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル) -ピリジン―2-イルアミン

[0830] [化286]

製造例61-1-4に記載の(3-ベンジルオキシ―フェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド(200mg、0.724mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(55mg、0.462mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(252 μ L、1.81mmol)を加え、50℃で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(58mg、22%)を得た。

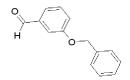
 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):4.03(2H,s), 5.05(2H,s), 5.68(2H,brs), 6.24 (1H,s), 6.72-6.75(1H,m), 6.88-6.90(3H,m), 7.30-7.43(6H,m), 7.72-7.74(1H,m), 8.10-8.12(1H,m).

出発物質(3-ベンジルオキシ―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド は以下の方法で合成した。

228

[0831] [製造例61-1-1]3-ベンジルオキシ―ベンズアルデヒド

[0832] [化287]

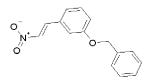


3ーヒドロキシベンズアルデヒド(3g、24.6mmol)と炭酸カリウム(10.2g、73.8mmol)をN, Nージメチルホルムアミド(60mL)に懸濁した。その懸濁液にベンジルブロマイド(3.21mL、27.1mmol)を加え、室温で14時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~1:1)で精製し、標記化合物(5.16g、99%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.13(2H,s), 7.24-7.25(1H,m), 7.35-7.49(8H,m), 9.98(1H,s).

[0833] [製造例61-1-2]1-ベンジルオキシ—3-((E)-2-ニトロ—ビニル)-ベンゼ ン

[0834] [化288]



製造例61-1-1に記載の3-ベンジルオキシーベンズアルデヒド(5. 16g、24. 3 mmol)、ニトロメタン(2. 16mL、48. 6mmol)、酢酸アンモニウム(2. 81g、36. 5mmol)そして酢酸(50mL)の混合物を100℃で6時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1~1:1)で精製し、標記

化合物(5.50g、89%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):5.11(2H,s), 7.10-7.16(3H,m), 7.35-7.45(6H,m), 7.53-7.57(1H,m), 7.95-7.98(1H,m).

[0835] 「製造例61-1-3]1-ベンジルオキシ-3-(2-ニトロ-エチル)-ベンゼン

[0836] [化289]

製造例61-1-2に記載の1-ベンジルオキシー3-((E)-2-ニトロービニル) -ベンゼン(5.5g、21.5mmol)の酢酸(5.5mL)とジメチルスルホキシド(94mL) の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(1.3g、34.4mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で1.5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1~4:1)で精製し、標記化合物(3.14g、57%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.17-3.21(2H,m), 4.83-4.86(2H,m), 5.07 (2H,s), 6.84-6.86(1H,m), 6.88-6.90(1H,m), 6.96-6.97(1H,m), 7.20-7.24(1H,m), 7.31-7.35(1H,m), 7.37-7.41(2H,m), 7.44-7.46(2H,m).

[0837] [製造例61-1-4](3-ベンジルオキシ―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド

[0838] [化290]

製造例61-1-3に記載の1-ベンジルオキシ-3-(2-ニトローエチル)-ベンゼン(3.14g、12.2mmol)のメタノール溶液(40mL)にリチウムメトキシド(927mg、24.4mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(48mL)とテトラ

ヒドロフラン(24mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン

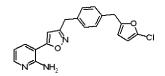
(IV)(2.95mL、26.8mmol)を滴下した。その混合物を室温で2時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し

、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(3.48g)を得た。

この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0839] [実施例62]3-(3-(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)-ベンジル)-イソ キサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0840] [{k291]



製造例62-1-6に記載の(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)ーフェニル) ーアセトビロキシモイル クロリド(25mg、0.088mmol)とテトラビドロフラン(1mL) の混合物に、室温で製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(8.0mg、0.068mmol)とトリエチルアミン(19 μ L、0.14mmol)を加え、55 $^{\circ}$ で1時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下溶媒留去した。残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物の粗体を得、次いで、NHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1)で精製し、標記化合物(3.8mg、15%)を得た。 $^{\circ}$ HーNMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):3.90(2H,s)、4.04(2H,s)、5.54(2H,brs)、5.99(1H,td,J=0.9,3.3Hz)、6.04(1H,d,J=3.1Hz)、6.27(1H,s)、6.72(1H,dd,J=4.9,7.7Hz),7.19-7.25(4H,m)、7.73(1H,dd,J=1.8,7.7Hz)、8.12(1H,dd,J=1.8,4.9Hz).

出発物質(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0841] 「製造例62-1-1]4-((5-クロローフラン-2-イル)ーヒドロキシーメチル)ーベ

ンゾニトリル

[0842] [化292]

4-ヨードベンゾニトリル(3.0g、13mmol)とテトラヒドロフラン(40mL)の混合物に、-78℃でイソプロピルマグネシウム クロリド(1~2M ジエチルエーテル溶液、11 mL、11~22mmol)を滴下し、0℃で1時間攪拌した。反応混合物を-78℃に冷却し、同温で5-クロロ-2-フルアルデヒド(2.2g、17mmol)を加え、徐々に0℃に昇温した。0℃で30分間攪拌後、反応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液、水、および酢酸エチルを加え、抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄し、減圧下濃縮した。残渣に酢酸エチルを加え、NHシリカゲルを用いてろ過した。ろ液を減圧下溶媒留去し、標記化合物(3.2g)を粗体として得た。この化合物はさらに精製することなく次の反応に用いた。

[0843] [製造例62-1-2]4-(5-クロローフラン-2-イルメチル) - ベンジルアミン [0844] [化293]

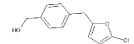
水素化リチウムアルミニウム (3.3g、69mmol)とテトラヒドロフラン (100mL)の混合物に、0℃でアルミニウム クロリド (13g、96mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物に、0℃で製造例62-1-1に記載の4-((5-クロローフラン-2-イル)ーヒドロキシーメチル)ーベンゾニトリル(3.2g)とテトラヒドロフラン (10mL)の混合物を滴下し、室温で1時間攪拌した。反応混合物に0℃で28%アンモニア水溶液を滴下し、過剰の試薬をクエンチした。反応混合物を室温とし、セライトを用いてろ過した。ろ液を減圧下溶媒留去し、残渣にジエチルエーテルを加え、ろ過した。ろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(2.6g)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.85(2H,s), 3.90(2H,s), 5.97(1H,td,J=0.9,3. 1Hz), 6.04(1H,d,J=3.1Hz), 7.20(2H,d,J=8.2Hz), 7.26(2H,d,J=7.9Hz).

[0845] 「製造例62-1-3](4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)-フェニル)-メタノー

ル

[0846] [化294]



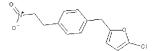
製造例62-1-2に記載の4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)ーベンジルアミン(2.6g)、酢酸(25mL)、および水(25mL)の混合物に、0℃でソジウム ナイトライト(9.8g、140mmol)を加え、室温で40分間攪拌した。反応混合物に、水と酢酸エチルを加え、抽出した。有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム、および飽和食塩水で順次洗浄し、減圧下溶媒留去した。残渣に0℃でメタノール(25mL)を加え、次いで、同温で炭酸カリウム(3.3g、24mmol)を加えた。同温で1時間攪拌した。反応混合物に、水と酢酸エチルを加え、抽出した。有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム、および飽和食塩水で順次洗浄し、減圧下濃縮した。残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:2)で精製し、標記化合物(1.2mg、44%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.91(2H,s), 4.68(2H,s), 5.97(1H,d,J=3.1Hz), 6.04(1H,d,J=3.1Hz), 7.23(2H,d,J=8.1Hz), 7.32(2H,d,J=8.1Hz).

[0847] [製造例62-1-4]4-(5-クロローフラン-2-イルメチル) - ベンズアルデヒド [0848] [化295]

製造例62-1-3に記載の $(4-(5-\rho \mu \nu - 2)-2-4\nu \nu + 2)$ - フェニル) - メタノール(650 mg, 2.9 mmol) とジクロロメタン(20 mL) の混合物に、室温で二酸化マンガン(6.5 g, 75 mmol) を加え、室温で終夜攪拌した。反応混合物をセライトを用いてろ過した。ろ液を減圧下留去し、標記化合物(530 mg, 83%) を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl_{3}) δ (ppm):4.00(2 H,s), 6.04-6.05(1 H,m), 6.07-6.08(1 H,m), 7.40(2 H,d,J=7.9 Hz), 7.84(2 H,d,J=7.9 Hz), 10.00(1 H,s).

[0849] [製造例62-1-5]2-クロロ-5-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジル)フラン [0850] [化296]



製造例62-1-4に記載の4-(5-クロローフラン-2-イルメチル) ーベンズアルデヒド(270mg、1. 2mmol)と酢酸(3mL)の混合物に、室温でニトロメタン(500 μ L、9. 3mmol)と酢酸アンモニウム(290mg、3. 7mmol)を加え、100℃で3時間攪拌した。反応混合物を室温とし、水と酢酸エチルを加え、抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムを用いて乾燥し、減圧下濃縮した。得られた残渣と、酢酸(0. 6mL)、およびジメチルスルホキシド(10mL)の混合物に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(76mg、2. 0mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した。減圧下濃縮し、残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(210mg、62%)を得た。
「HーNMR Spectrum (CDCI) δ (ppm):3.30(2H,t,J=7.4Hz), 3.89(2H,s), 4.60(2H,t,J=7.4Hz), 5.97(1H,d,J=3.1Hz), 6.04(1H,d,J=3.1Hz), 7.15(2H,d,J=8.2Hz), 7.19(2

[0851] [製造例62-1-6](4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)-フェニル)-アセトヒ ドロキシモイル クロリド

[0852] [化297]

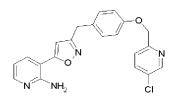
H,d,J=8.2Hz).

製造例62-1-5に記載の2-クロロ-5-(4-(2-ニトローエチル)ーベンジル)フラン(100mg、0.38mmol)とメタノール(2mL)の混合物に、室温でリチウムメトキシド(29mg、0.75mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去した。得られた残渣と、塩化メチレン(2mL)、およびテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に-78℃でチタニウム(IV)クロリド(91 μ L、0.83mmol)を加え、0℃で1時間攪拌した。反応混合物を-78℃に冷却後、水(1mL)を加え、徐々に室温まで昇温させた。反応混合物に酢酸エチルと水を加え、抽出した。有機層を約pH5になるまで水で洗った。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムを用いて

乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(110mg、84%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.78(2H,s), 3.91(2H,s), 5.97-5.99(1H,m), 6.04(1H,d,J=3.3Hz), 7.21(4H,d,J=1.7Hz).

[0853] 「実施例63]3-(3-(4-(5-クロローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イ ソキサゾール-5-イル)ーピリジン-2-イルアミン

[0854] [化298]



製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾー $\mathcal{N}-3-\mathcal{I}$ ルメチル) $-\mathcal{I}$ コェノール (30mg、0.11mmol) にテトラヒドロフラン (3mL) と5N 水酸化ナトリウム水溶液(22.4 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照 射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN, N-ジメ チルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例63-1-2に記載の5-クロロ-2-ク ロロメチルーピリジン(20mg、0.12mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(1mL)溶 液を加え、60℃で1時間攪拌した。この混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに 分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで 乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製し、標記化合物(41.1mg、93%) を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.17(2H,s), 6.26(2H,brs), 6.68-6.72(1H,m), 6.80(1H,s), 6.99(2H,d,J=8.4Hz), 7.26(2H,d,J=8.8Hz), 7.55(1H,d,J=8.4Hz), 7.87(1H,dd,J=1.6,8.0Hz), 7.97(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.09(1H,d,J= 1.6,4.8Hz), 8.64(1H,d,J=2.4Hz).

出発物質5-クロロー2-クロロメチルーピリジンは以下の方法で合成した。

[0855] 「製造例63-1-1] (5-クロローピリジン-2-イル) ーメタノール

[0856] [化299]

2ーブロモー5ークロロピリジン(2. Og、10. 4mmol)とトルエン(50ml)の混合物に、-78℃にて1. 6M nーブチルリチウムへキサン溶液(7. 8mL、12. 5mmol)を滴下し、1時間攪拌した。次いで、同温でその混合物にN, Nージメチルホルムアミド(4. 0mL、52. 0mmol)を滴下し、室温でさらに15分攪拌した。この反応溶液に水とテトラヒドロフランを加え激しく攪拌した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液に、0℃にて水素化ホウ素ナトリウム(1. 18g、31. 2mmol)を加え、室温にて1時間攪拌した。この反応溶液を水とテトラヒドロフランに分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:ジエチルエーテル=1:2)で精製し、標記化合物(706mg、47%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.75(2H,s), 7.25(1H,dd,J=0.8,8.4Hz), 7.68(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.53(1H,d,J=2.4Hz).

[0857] 「製造例63-1-2] 5-クロロ-2-クロロメチルーピリジン

[0858] [化300]

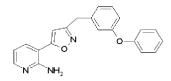
製造例63-1-1に記載の(5-クロローピリジン-2-イル)ーメタノール(706mg、4.92mmol)とジクロロメタン(70mL)の混合物に塩化チオニル(539 μ L、7.38 mmol)を加え、室温にて1時間攪拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、ジクロロメタンで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(620,0mg、78%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.66(2H,s), 7.45(1H,d,J=8.0Hz), 7.71(1H,d d,J=2.8,8.0Hz), 8.54(1H,d,J=2.8Hz).

[0859] [実施例64]3-(3-(3-フェノキシーベンジル)-イソキサゾールー5-イル)-ピ

リジン-2ーイルアミン

[0860] [化301]



製造例64-1-3に記載の(3-フェノキシーフェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(150mg、0.573mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジンー2ーイルアミン(30.0mg、0.254mmol)のテトラヒドロフラン(10.0mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(106 μ L、0.762mmol)を加え、60℃で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:2)で精製し、さらに、混合物を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(6.6mg,43%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

MS m/e(ESI) 344.07(MH⁺)

 1 H-NMR Spectrum (CD₃OD) δ (ppm):4.08(2H,s), 6.81(1H,s), 6.85-6.87(1H,m), 6.96-6.98(3H,m), 7.03-7.12(3H,m), 7.29-7.36(3H,m), 8.03-8.04(1H,m), 8.32-8.34(1H,m).

出発物質(3-フェノキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[0861] [製造例64-1-1]1-((E)-2-ニトロービニル)-3-フェノキシーベンゼン

[0862] [化302]

窒素雰囲気下、3-フェノキシベンズアルデヒド(3.00g、15.1mmol)の酢酸(20.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(4.61g、75.5mmol)、酢酸アンモニウム(2.3

3g、30.2mmol)を加え、100℃で3時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し標記化合物(3.60g)を粗生成物として得た。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):7.03-7.06(2H,m), 7.12-7.19(2H,m), 7.39-7.44(2H,m), 7.47-7.51(1H,m), 7.61-7.66(2H,m), 8.13(1H,d,J=13.6Hz), 8.25(1H,d,J=13.6Hz).

[0863] 「製造例64-1-2]1-(2-ニトローエチル)-3-フェノキシーベンゼン

[0864] [化303]

窒素雰囲気下、製造例64-1-1に記載の1-((E)-2-ニトロービニル)-3-フェノキシーベンゼン(3.60g、14.9mmol)、酢酸(3.00mL)のジメチルスルホキシド(30.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(902mg、23.8mmol)を加え、3分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(2.47g、68.1%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm): 3.22(2H,t,J=6.8Hz), 4.84(2H,t,J=6.8Hz), 6.85-6.88(1H,m), 6.98-7.00(3H,m), 7.04-7.06(1H,m), 7.12-7.16(1H,m), 7.30-7.34(1H,m), 7.37-7.41(2H,m).

「0865〕「製造例64-1-3〕(3-フェノキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[0866] [化304]

窒素雰囲気下、製造例64-1-2に記載の1-(2-=トローエチル)-3-フェノキシーベンゼン(800mg、3.29mmol)のメタノール(10.0mL)溶液に、室温でリチ

ウムメトキシド(250mg、6.58mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(20.0mL)と無水テトラヒドロフラン(10.0mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(1.08mL、9.87mmol)を滴下し、その後室温で45分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し標記化合物(860mg、100%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.81(2H,s), 6.90-6.91(2H,m), 7.00-7.04(3H,m), 7.13-7.17(1H,m), 7.34-7.42(3H,m), 11.75(1H,s).

[0867] [実施例65]3-(3-(3-ブトキシ―ベンジル)—イソキサゾール—5-イル)-ピリ ジン—2-イルアミン

[0868] [化305]

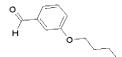
製造例65-1-4に記載の(3-ブトキシーフェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.621mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(47mg、0.396mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(216 μ L、1.55mmol)を加え、50℃で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(33mg、8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):0.95-0.99(3H,m), 1.46-1.51(2H,m), 1.72 -1.79(2H,m), 3.93-3.96(2H,m), 4.02(2H,s), 5.51(2H,brs), 6.27(1H,s), 6.70-6.73(1H,m), 6.79-6.86(4H,m), 7.71-7.73(1H,m), 8.12-8.13(1H,m).

出発物質(3-ブトキシ—フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法 で合成した。

[0869] 「製造例65-1-1]3-ブトキシーベンズアルデヒド

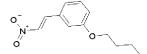
[0870] [化306]



3ーヒドロキシベンズアルデヒド(3g、24.6mmol)と炭酸カリウム(10.2g、73.8mmol)をN, Nージメチルホルムアミド(60mL)に懸濁した。その懸濁液に1ーブロモブタン(3.17mL、29.5mmol)を加え、室温で19時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(4.23g)を得た。 1 HーNMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):0.97-1.01(3H,m), 1.48-1.56(2H,m), 1.76-1.81(2H,m), 4.01-4.04(2H,m), 7.16-7.19(1H,m), 7.384-7.390(1H,m), 7.43-7.45(2H,m), 9.97(1H,s).

[0871] [製造例65-1-2]1-ブトキシ-3-((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン

[0872] [化307]

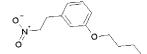


製造例65-1-1に記載の3-ブトキシーベンズアルデヒド(4. 23g、23. 7mmol) 、ニトロメタン(2. 55mL、47. 4mmol)、酢酸アンモニウム(2. 74g、35. 6mmol)そして酢酸(40mL)の混合物を100℃で5時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~1:1)で精製し、標記化合物(3. 92g、75%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):0.93-0.96(3H,m), 1.42-1.47(2H,m), 1.68-1.75(2H,m), 3.97-4.05(2H,m), 7.07-7.10(1H,m), 7.35-7.41(2H,m), 7.458-7.462(1H,m), 8.09(1H,d,J=13.6Hz), 8.27(1H,d,J=13.6Hz).

[0873] [製造例65-1-3]1-ブトキシ-3-(2-ニトロ-エチル)-ベンゼン

[0874] [化308]



製造例65-1-2に記載の1-ブトキシ-3-((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(3.92g、17.7mmol)の酢酸(3.9mL)とジメチルスルホキシド(67mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(1.07g、28.3mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で4時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1)で精製し、標記化合物(2.29g、58%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.91-0.95(3H,m), 1.38-1.47(2H,m), 1.65 -1.70(2H,m), 3.16-3.20(2H,m), 3.92-3.95(2H,m), 4.82-4.86(2H,m), 6.78-6.82(2H,m), 6.85-6.86(1H,m), 7.18-7.22(1H,m).

[0875] [製造例65-1-4](3-ブトキシ—フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド [0876] [化309]

製造例65-1-3に記載の1-ブトキシ—3-(2-ニトロ—エチル)-ベンゼン(2.29g、10.3mmol)のメタノール溶液(28mL)にリチウムメトキシド(782mg、20.6mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(33mL)とテトラヒドロフラン(16.5mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(2.49mL、22.7mmol)を滴下した。その混合物を室温で2時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(2.85g)を得た。

この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0877] [実施例66]3-(3-(3-シクロプロピルメトキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5 -イル)-ピリジン―2-イルアミン

[0878] [化310]

製造例66-1-4に記載の $(3-\nu)$ クロプロピルメトキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150 mg, 0.624 mmol)と製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジン-2-イルアミン(47 mg, 0.398 mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン $(220 \, \mu \, \text{L}, 1.56 \text{mmol})$ を加え、 $50 \, \text{C}$ で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Cプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(26 mg, 13%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.32-0.36(2H,m), 0.62-0.66(2H,m), 1.24 -1.28(1H,m), 3.78-3.80(2H,m), 4.02(2H,s), 5.55(2H,brs), 6.27(1H,s), 6.70-6.74(1H,m), 6.79-6.87(3H,m), 7.22-7.24(1H,m), 7.71-7.74(1H,m), 8.11-8.1 3(1H,m).

出発物質(3-シクロプロピルメトキシ―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド は以下の方法で合成した。

[0879] 「製造例66-1-1]3-シクロプロピルメトキシーベンズアルデヒド

[0880] [化311]

3-ヒドロキシベンズアルデヒド(3g、24.6mmol)と炭酸カリウム(10.2g、73.8m

mol)をN, N-ジメチルホルムアミド(60mL)に懸濁した。その懸濁液にシクロプロピルメチル クロライド(2.86mL、29.5mmol)を加え、室温で19時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(4.32g)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm): 0.36-0.39(2H,m), 0.65-0.69(2H,m), 1.24 -1.29(1H,m), 3.86-3.88(2H,m), 7.18-7.21(1H,m), 7.37-7.38(1H,m), 7.44-7.45(2H,m), 9.97(1H,s).

[0881] [製造例66-1-2]1-シクロプロピルメトキシ—3-((E)-2-ニトロ—ビニル)-ベンゼン

[0882] [化312]

製造例66-1-1に記載の3-シクロプロピルメトキシーベンズアルデヒド(4.32g、24.5mmol)、ニトロメタン(2.64mL、49mmol)、酢酸アンモニウム(2.83g、36.8mmol)そして酢酸(40mL)の混合物を100℃で5時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~1:1)で精製し、標記化合物(3.73g、69%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):0.31-0.36(2H,m), 0.56-0.61(2H,m), 1.22-1.26(1H,m), 3.86-3.91(2H,m), 7.08-7.11(1H,m), 7.35-7.41(2H,m), 7.45-7.46(1H,m), 8.08(1H,d,J=14Hz), 8.27(1H,d,J=14Hz).

[0883] [製造例66-1-3]1-シクロプロピルメトキシ-3-(2-ニトロ―エチル)-ベンゼン

[0884] [化313]

製造例66-1-2に記載の1-シクロプロピルメトキシー3-((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(3.73g、17mmol)の酢酸(3.7mL)とジメチルスルホキシド(63 mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(1.03g、27.2mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で4時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1)で精製し、標記化合物(2.21g、59%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):0.30-0.32(2H,m), 0.54-0.57(2H,m), 1.17-1.24(1H,m), 3.17-3.19(2H,m), 3.78-3.80(2H,m), 4.82-4.85(2H,m), 6.77-6.82(2H,m), 6.85-6.86(1H,m), 7.17-7.21(1H,m).

[0885] [製造例66-1-4](3-シクロプロピルメトキシ―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド

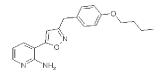
[0886] [化314]

製造例66-1-3に記載の1-シクロプロピルメトキシ-3-(2-ニトローエチル)
-ベンゼン(2.21g、10mmol)のメタノール溶液(27mL)にリチウムメトキシド(759 mg、20mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(32mL)とテトラヒドロフラン(16mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(2.42mL、22mmol)を滴下した。その混合物を室温で2時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(2.5g)を得た。

この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0887] [実施例67]3-(3-(4-ブトキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリ ジン-2-イルアミン

[0888] [化315]



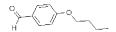
製造例67-1-4に記載の(4-ブトキシーフェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.619mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(47mg、0.395mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(216 μ L、1.55mmol)を加え、50℃で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(27mg、14%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):0.95-0.99(3H,m), 1.44-1.53(2H,m), 1.72 -1.79(2H,m), 3.93-3.96(2H,m), 4.00(2H,s), 5.65(2H,brs), 6.25(1H,s), 6.71-6.74(1H,m), 6.86-6.88(2H,m), 7.17-7.20(2H,m), 7.72-7.75(1H,m), 8.10-8.1 2(1H,m).

出発物質(4ーブトキシーフェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法 で合成した。

[0889] [製造例67-1-1]4-ブトキシーベンズアルデヒド

[0890] [化316]

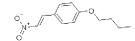


4ーヒドロキシベンズアルデヒド (3g、24.6mmol)と炭酸カリウム (10.2g、73.8mmol)をN、Nージメチルホルムアミド (60mL) に懸濁した。その懸濁液に1ーブロモブタン (3.17mL、29.5mmol)を加え、室温で17時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物 (4.72g)を得た。 1 HーNMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):0.97-1.01(3H,m),1.48-1.54(2H,m),1.79-1.82(2H,m),4.03-4.07(2H,m),6.98-7.00(2H,m),7.82-7.84(2H,m),9.88(1

H,s).

[0891] [製造例67-1-2]1-ブトキシ-4-((E)-2-ニトロ―ビニル)-ベンゼン

[0892] [化317]

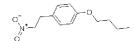


製造例67-1-1に記載の4-ブトキシ―ベンズアルデヒド(4.72g、26.5mmol) 、ニトロメタン(2.85mL、53mmol)、酢酸アンモニウム(3.06g、39.8mmol)そして酢酸(40mL)の混合物を100℃で13時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~1:1)で精製し、標記化合物(4.44g、76%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):0.92-0.95(3H,m), 1.41-1.46(2H,m), 1.67-1.74(2H,m), 4.04-4.09(2H,m), 7.13(2H,d,J=8.8Hz), 7.82(2H,d,J=8.8Hz), 8.09(1H,d,J=13.6Hz), 8.13(1H,d,J=13.6Hz).

[0893] [製造例67-1-3]1-ブトキシ-4-(2-ニトローエチル)-ベンゼン

[0894] [化318]



製造例67-1-2に記載の1-ブトキシー4-((E)-2-ニトロービニル)-ベンゼン(4.44g、20.1mmol)の酢酸(4.4mL)とジメチルスルホキシド(75mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(1.22g、32.2mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で4時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1)で精製し、標記化合物(3.42g、76%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.90-0.95(3H,m), 1.37-1.47(2H,m), 1.63 -1.70(2H,m), 3.12-3.16(2H,m), 3.91-3.94(2H,m), 4.76-4.80(2H,m), 6.83-6.87(2H,m), 7.14-7.18(2H,m).

[0895] [製造例67-1-4](4-ブトキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド [0896] [化319]

製造例67-1-3に記載の1-ブトキシー4-(2-ニトロ―エチル)ーベンゼン(3.42g、15.3mmol)のメタノール溶液(42mL)にリチウムメトキシド(1.16g、30.6mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(50mL)とテトラヒドロフラン(25mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(3.7mL、33.7mmol)を滴下した。その混合物を室温で2時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(3.5g)を得た。

この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0897] [実施例68]3-(3-(4-ベンジルアミノ―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル) -ピリジン―2-イルアミン

[0898] [4k320]

製造例68-1-4に記載の(4-ベンジルアミノーフェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.546mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(41mg、0.348mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(190 μ L、1.37mmol)を加え、50℃で7時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(14mg、7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.94(2H,s), 4.32(2H,s), 5.69(2H,brs), 6.26 (1H,s), 6.59-6.62(2H,m), 6.71-6.74(1H,m), 7.06-7.09(2H,m), 7.24-7.38(4H,m), 7.73-7.75(1H,m), 8.09-8.10(1H,m).

なお、NH-CH2Phのアミノ基上のプロトンは、NMRチャート上で観測されなかった。

出発物質(4-ベンジルアミノ—フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは以下 の方法で合成した。

[0899] [製造例68-1-1]4-ベンジルアミノ-ベンズアルデヒド

[0900] [化321]

4ーベンジルアミノーベンゾニトリル(5g、24mmol)のトルエン溶液(35mL)に、窒素雰囲気下、-70℃~-78℃でジイソブチルアルミニウム ハイドライド(35.6mL、1.01M トルエン溶液、36mmol)を加えた。その混合液を室温で5時間撹拌した。その混合液を酢酸エチルと20%ロッシェル塩水溶液に分配した。セライトろ過による不溶物の除去後、そのろ液を分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(5g、99%)を得た。この化合物は、精製することなく、次の反応に用いた。

[0901] [製造例68-1-2]ベンジル—(4-((E)-2-ニトロ—ビニル)-フェニル)-アミン

[0902] [化322]

製造例68-1-1に記載の4-ベンジルアミノーベンズアルデヒド(5g、23.7mmol)、ニトロメタン(2.55mL、47.4mmol)、酢酸アンモニウム(2.74g、35.6mmol) そして酢酸(50mL)の混合物を100℃で6時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(5.82g)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.41-4.43(2H,m), 4.68(1H,brs), 6.62-6. 67(2H,m), 7.25-7.39(6H,m), 7.47-7.50(1H,m), 7.69-7.71(1H,m), 7.93-7.96(1H,m).

[0903] [製造例68-1-3]ベンジルー(4-(2-ニトローエチル)ーフェニル)ーアミン

[0904] [化323]

製造例68-1-2に記載のベンジルー(4-((E)-2-ニトロービニル)-フェニル)-アミン(5.82g、22.9mmol)の酢酸(5.8mL)とジメチルスルホキシド(100mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(1.39g、36.6mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(2.79g、48%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.19-3.22(2H,m), 4.32(2H,s), 4.52-4.56(3H,m), 6.60-6.62(2H,m), 7.00-7.02(2H,m), 7.27-7.37(5H,m).

[0905] [製造例68-1-4](4-ベンジルアミノ-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロラ イド

[0906] [化324]

食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.1g)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0907] [実施例69]3-(3-(4-フェニルアミノ-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル) -ピリジン-2-イルアミン

[0908] [化325]

製造例69-1-4に記載の(4-フェニルアミノーフェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.576mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(43mg、0.367mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(201 μ L、1.44mmol)を加え、50℃で7時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(48mg、24%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.00(2H,s), 5.58(2H,brs), 5.70(1H,brs), 6. 29(1H,s), 6.71-6.74(1H,m), 6.91-6.95(1H,m), 7.03-7.07(4H,m), 7.16-7.19(2H,m), 7.24-7.28(2H,m), 7.73-7.75(1H,m), 8.11-8.13(1H,m).

出発物質(4-フェニルアミノ-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[0909] [製造例69-1-1]4-フェニルアミノーベンズアルデヒド

[0910] [化326]

4-フェニルアミノーベンゾニトリル(3g、15.4mmol)のトルエン溶液(20mL)に、

窒素雰囲気下、-78℃でジイソブチルアルミニウム ハイドライド(22.9mL、1.01 M トルエン溶液、23.1mmol)を加えた。その混合液を室温で5時間撹拌した。その混合液を酢酸エチルと20%ロッシェル塩水溶液に分配した。セライトろ過による不溶物の除去後、そのろ液を分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(3g、98%)を得た。この化合物は、精製することなく、次の反応に用いた。

[0911] [製造例69-1-2](4-((E)-2-ニトロービニル)-フェニル)-フェニルーアミン [0912] [化327]

製造例69-1-1に記載の4-フェニルアミノーベンズアルデヒド(3g、15.2mmol)、ニトロメタン(1.63mL、30.4mmol)、酢酸アンモニウム(1.76g、22.8mmol) そして酢酸(30mL)の混合物を100℃で6時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(3.2g)を得た。この化合物は、精製することなく、次の反応に用いた。

[0913] [製造例69-1-3](4-(2-ニトローエチル)-フェニル)-フェニルーアミン

[0914] [{K328]

製造例69-1-2に記載の(4-((E)-2-ニトロービニル)-フェニル)-フェニルーアミン(3.2g、13.4mmol)の酢酸(3.2mL)とジメチルスルホキシド(54mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(811mg、21.4mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(2.01g、62%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.24-3.28(2H,m), 4.56-4.60(2H,m), 5.81

(1H,brs), 6.93-6.98(1H,m), 7.00-7.12(6H,m), 7.24-7.29(2H,m).

[0915] [製造例69-1-4](4-フェニルアミノ-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド

[0916] [化329]

製造例69-1-3に記載の $(4-(2--)-1-x+\nu)-7$ エニル)-7エニルーアミン(1g,4.13mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(314mg,8.26mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(15mL)とテトラヒドロフラン(7.6mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(999 μ L、9.09mmol)を滴下した。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を-78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.2g)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0917] [実施例70]3-(3-(4-ブチルーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジ ン-2-イルアミン

[0918] [化330]

製造例70-1-3に記載の(4-ブチル―フェニル) - アセトドロキシモイル クロライド(150mg、0.665mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(50mg、0.424mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(232 μ L、1.66mmol)を加え、50℃で8時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣を

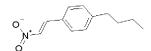
NHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(55mg、18%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.91-0.94(3H,m), 1.31-1.40(2H,m), 1.55 -1.63(2H,m), 2.57-2.61(2H,m), 4.03(2H,s), 5.53(2H,brs), 6.26(1H,s), 6.70-6.73(1H,m), 7.14-7.20(4H,m), 7.71-7.73(1H,m), 8.11-8.13(1H,m).

出発物質(4-ブチル―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法 で合成した。

[0919] [製造例70-1-1]1-ブチル-4-((E)-2-ニトロービニル)-ベンゼン

[0920] [化331]



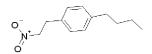
4-n-ブチルベンズアルデヒド(5g、30.8mmol)、ニトロメタン(3.31mL、61.6 mmol)、酢酸アンモニウム(3.56g、46.2mmol)そして酢酸(50mL)の混合物を100℃で5時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(5.7g)を得た。

この化合物は、精製することなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.92-0.95(3H,m), 1.34-1.39(2H,m), 1.58 -1.65(2H,m), 2.64-2.68(2H,m), 7.25-7.27(2H,m), 7.45-7.48(2H,m), 7.56-7.59(1H,m), 7.98-8.02(1H,m).

[0921] 「製造例70-1-2]1-ブチル-4-(2-ニトロ-エチル)-ベンゼン

[0922] [化332]



製造例70-1-1に記載の1-ブチル-4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(5.7g、27.8mmol)の酢酸(5.7mL)とジメチルスルホキシド(95mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(1.68g、44.5mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。

その混合物を室温で3時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(1.48g、26%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.90-0.94(3H,m), 1.31-1.37(2H,m), 1.54 -1.61(2H,m), 2.56-2.60(2H,m), 3.27-3.30(2H,m), 4.57-4.61(2H,m), 7.10-7.15(4H,m).

[0923] [製造例70-1-3](4-ブチルーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド [0924] [化333]

製造例70-1-2に記載の1-ブチル-4-(2-ニトロ―エチル)-ベンゼン(1.48g、7.14mmol)のメタノール溶液(18mL)にリチウムメトキシド(542mg、14.3mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(22mL)とテトラヒドロフラン(11mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(1.7mL、15.7mmol)を滴下した。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.5g)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0925] [実施例71]3-(3-(6-(3-フルオローフェノキシ)ーピリジン—3-イルメチル) -イソキサゾール—5-イル)ーピリジン-2-イルアミン

[0926] [化334]

製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(20mg、0.17

mmol)と製造例71-1-4に記載の(6-(3-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3
ーイル)ーアセトヒドロキシモイル クロライド(95mg、0.34mmol)のテトラヒドロフラン(4mL)溶液にトリエチルアミン(47 μ L、0.34mmol)を加え、窒素雰囲気下、50
℃で3時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=20:1)にて精製し、更に逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(33mg、33%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) (MH^{+}) 363.01(MH^{+})$

出発物質(6-(3-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロライドは、以下の方法で合成した。

[0927] 「製造例71-1-1]5-ブロモ-2-(3-フルオローフェノキシ)ーピリジン

[0928] [化335]

3ーフルオロフェノール(3.30g、29.4mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(100mL)溶液に水素化ナトリウム(1.41g、29.4mmol、50% in oil)を加え、0℃で10分間攪拌した。次に、その混合物に2,5ージブロモピリジン(4.64g、19.6mmol)を0℃で加え、さらに110℃で7時間45分攪拌した。その反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=3:1)にて精製し、標記化合物(5.81g、定量的)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):7.00-7.02(1H,m), 7.08-7.13(3H,m), 7.43-7.49(1H,m), 8.09(1H,dd,J=2.8,8.8 Hz), 8.31(1H,d,J=2.8 Hz).

[0929] [製造例71-1-2]6-(3-フルオローフェノキシ) - ピリジン-3-カルバルデヒド

[0930] [化336]

製造例71-1-1に記載の5-ブロモー2-(3-フルオローフェノキシ)ーピリジン(5.81g、21.7mmol)のジエチルエーテル(100mL)溶液に、窒素雰囲気下、-78℃でn-ブチルリチウム(13.8mL、1.57M n-ヘキサン溶液、21.7mmol)を加え、-78℃で40分間攪拌した。次に、その混合物に-78℃でN,N-ジメチルホルムアミド(2.02mL、26.0mmol)を加え、徐々に0℃まで昇温しながら25分間攪拌した。その反応混合物に0℃で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、1N 水酸化ナトリウム水溶液と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=5:1)にて精製し、標記化合物(2.47g、52%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):6.91-7.01(3H,m), 7.06(1H,d,J=8.8Hz), 7.3 7-7.42(1H,m), 8.20(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.62(1H,d,J=2.4Hz), 9.98(1H,s).

[0931] [製造例71-1-3]2-(3-フルオローフェノキシ)-5-(2-ニトローエチル)-ピ リジン

[0932] [化337]

製造例71-1-2に記載の6-(3-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3-カルバルデヒド(2.47g、11.4mmol)の酢酸(20mL)溶液にニトロメタン(3.09mL、57.0mmol)と酢酸アンモニウム(1.76g、22.8mmol)を加え、100℃で6時間攪拌した。その反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣のジメチルスルホキサイド(35mL)と酢酸(5mL)の溶液に

水素化ホウ素ナトリウム(681mg、17.1mmol)を加え、室温で40分間攪拌した。その反応混合物に、適宜冷却しながら室温で炭酸水素ナトリウムと水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(1.96g、66%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.30(2H,t,J=7.1Hz), 4.61(2H,t,J=7.1Hz), 6. 86-6.94(4H,m), 7.32-7.38(1H,m), 7.58(1H,dd,J=2.6,8.4Hz), 8.07(1H,d,J=2.2Hz).

[0933] [製造例71-1-4](6-(3-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3-イル)ーアセト ヒドロキシモイル クロライド

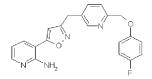
[0934] [化338]

製造例71-1-3に記載の2-(3-フルオローフェノキシ)-5-(2-ニトローエチル)ーピリジン(1.96g、7.47mmol)のメタノール(20mL)溶液にリチウム メトキサイド(567mg、14.9mmol)を加え、室温で35分間攪拌した。その反応混合物を減圧下濃縮した。その残渣のテトラヒドロフラン(20mL)と、塩化メチレン(20mL)の懸濁液に、窒素雰囲気下、-78℃で四塩化チタン(IV)(1.81mL、16.4mmol)を加え、0℃で1時間15分攪拌した。その反応混合物に0℃で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(2.1g、定量的)を得た。この化合物は、これ以上精製することなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.77(2H,s), 6.87-6.95(4H,m), 7.31-7.38(1H,m), 7.65(1H,dd,J=2.6,8.4Hz), 8.12(1H,d,J=2.6Hz).

[0935] [実施例72]3-(3-(6-(4-フルオロ―フェノキシメチル)-ピリジン―3-イルメ チル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[0936] [化339]



窒素雰囲気下、製造例72-1-3に記載の2-(4-フルオローフェノキシメチル) -5-(2-ニトローエチル)ーピリジン(50.0 mg, 0.181 mmol)のメタノール(5.0 mg, 0.181 mmol)OmL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(13.7mg、0.362mmol)を加え、室温で3 0分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(4.00 ml)と無水テトラヒドロフラン(2.00ml)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-7 8°C)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(63.7 µ L、0.579mmol)を滴下し、 その後0℃で40分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチルを加え 、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗 浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成 物(43.0mg)を得た。この粗生成物(23.0mg)と、製造例1-2-3に記載の3-エ チニルーピリジンー2ーイルアミン(3.44mg、0.029mmol)のテトラヒドロフラン(5. 00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(12.2 µ L、0.083mmol)を加え、室温で2 時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和 食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し た。 残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル:ヘプタン=1:2)で精 製し、さらに、混合物を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動 相(0.1% トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(3.62mg, 25 . 4%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 377.18(MH^{+})$

出発物質2-(4-フルオローフェノキシメチル)-5-(2-ニトローエチル)ーピリジンは以下の方法で合成した。

[0937] [製造例72-1-1]5-ブロモ-2-(4-フルオロ-フェノキシメチル) - ピリジン [0938] [化340]

窒素雰囲気下、 $4-フルオロフェノール(3.00g、26.8mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド(40.0mL)溶液に氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(1.00g、25.0mmol、60% in oil)を加え、室温で20分間攪拌した。その後、製造例54-1-2に記載の5-ブロモー2-クロロメチルーピリジン塩酸塩(4.6g、22.3mmol)とトリエチルアミン(30.6mL、20.4mmol)との混合物を加え、室温で10分間攪拌させた。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル・ペプタン=1:4)で精製し、標記化合物(4.0g、63.6%)を得た。
<math>^1$ H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):5.10(2H,s),6.88-6.91(2H,m),6.95-6.99(

[0939] [製造例72-1-2]6-(4-フルオローフェノキシメチル)ーピリジン-3-カルバルデヒド

2H,m, 7.40-7.42(1H,m), 7.81-7.84(1H,m), 8.64-8.65(1H,m).

[0940] [化341]

窒素雰囲気下、製造例72-1-1に記載の5-ブロモー2-(4-フルオローフェノキシメチル)ーピリジン(4.00g、14.2mmol)のジエチルエーテル(100mL)溶液に、ドライアイス-エタノールバス下(-78℃)でn-ブチルリチウム(2.55M n-ヘキサン溶液、6.13mL、15.6mmol)を滴下し、-78℃で40分間攪拌した。その後、N、Nージメチルホルムアミド(1.32mL、17.0mmol)を滴下し、-78℃で5分間攪拌した。反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4)で精製し、標記化合物(1.00g、30.5%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):5.25(2H,s),6.91-7.02(4H,m),7.71-7.75(

259

1H,m, 8.19-8.22(1H,m), 9.04-9.05(1H,m), 10.12(1H,s).

[0941] [製造例72-1-3]2-(4-フルオロ-フェノキシメチル)-5-(2-ニトローエチル)-ピリジン

[0942] [化342]

窒素雰囲気下、製造例72-1-2に記載の6-(4-フルオローフェノキシメチル)ーピリジン-3-カルバルデヒド(500mg、1.30mmol)の酢酸(5.00mL)溶液に、ニトロメタン(923mg、15.1mmol)、酢酸アンモニウム(333mg、4.32mmol)を加え、105℃で2時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下溶媒留去した。その残渣にジメチルスルホキシド(10.0mL)、酢酸(600μL)を加え、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(131mg、3.46mmol)を加えた。20分間攪拌した後、適宜冷却しながら室温で水水素化ホウ素ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:へプタン=1:1)で精製し、標記化合物(50mg、8.38%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.36(2H,t,J=6.8Hz), 4.96(2H,t,J=6.8Hz), 5.40(2H,s), 7.01-7.05(2H,m), 7.16-7.20(2H,m), 7.84(1H,d,J=8.0Hz), 8.17(1H,dd,J=2.0,8.4Hz), 8.75(1H,s).

[0943] [実施例73]3-(3-(4-フェニルアミノメチル―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[0944] [化343]

製造例73-1-6に記載の $(4-7\pi\pi\nu)$ アミノメチル一フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150 mg, 0.546 mmol)と製造例1-2-3に記載の $3-\pi$ チニルーピリジン-2-4ルアミン(41 mg, 0.348 mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)溶液に、トリエチルアミン $(104 \mu \text{L}, 0.748 \text{mmol})$ を加え、室温で7時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (~ 79) 酢酸エチル= $1:1\sim 1:2$)で精製し、標記化合物(11 mg, 6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.05(2H,s), 4.32(2H,s), 5.39(2H,brs), 6.26 (1H,s), 6.62-6.64(2H,m), 6.69-6.74(2H,m), 7.15-7.23(5H,m), 7.34-7.36(2H,m), 7.69-7.72(1H,m), 8.13-8.15(1H,m).

出発物質(4-フェニルアミノメチル―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド は以下の方法で合成した。

[0945] [製造例73-1-1]4-[1,3]ジオキソラン-2-イルベンズアルデヒド

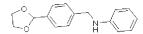
[0946] [1/:344]

2-(4-)ブロモーフェニル)-1, 3-ジオキソラン(8g、34.9mmol)のテトラヒドロフラン溶液(100mL)に、-78℃でn-ブチルリチウム(19.6mL、2.67M ヘキサン溶液、52.4mmol)を滴下した。-78℃で1時間撹拌した後、その混合物にNーホルミルモリフォリン(4.42g、38.4mmol)を加え、さらにその温度で3時間撹拌した。その混合物をジエチルエーテルと水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(6.3g)を得た。この化合物は精製することなく次の反応に用いた。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):4.04-4.16(4H,m),5.89(1H,s),7.65-7.67(2H,m),7.90-7.92(2H,m),10.0(1H,s).

[0947] [製造例73-1-2](4-[1,3]ジオキソラン-2-イルーベンジル)-フェニル-アミ

ン

[0948] [化345]

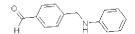


製造例73-1-1に記載の4-[1, 3]ジオキソラン―2-イルベンズアルデヒド(6. 32g、35.5mmol)、アニリン(2.08mL、35.5mmol)そして酢酸(10.2mL、178 mmol)のテトラヒドロフラン溶液(200mL)に、ソジウムトリアセトキシボロハイドライド(15g、71mmol)を加えた。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標記化合物(4.16g、46%)を得た

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.02-4.15(5H,m), 4.35(2H,s), 5.81(1H,s), 6.61-6.63(2H,m), 6.69-6.73(1H,m), 7.14-7.18(2H,m), 7.38-7.40(2H,m), 7.45-7.47(2H,m).

[0949] 「製造例73-1-3]4-フェニルアミノメチル―ベンズアルデヒド

[0950] [化346]



製造例73-1-2の記載の(4-[1, 3]ジオキソラン—2-イルーベンジル)-フェニル—アミン(4.16g、16.3mmol)のメタノールとテトラヒドロフランの混合溶液(1:1、20mL)に、5N 塩酸(20mL)を加えた。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和し、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(3.5g)を得た。この化合物は精製することなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.19(1H,brs), 4.45(2H,s), 6.59-6.62(2H,m), 6.72-6.76(1H,m), 7.15-7.20(2H,m), 7.53-7.55(2H,m), 7.84-7.87(2H,m), 10.0(1H,s).

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678 262

[製造例73-1-4](4-((E)-2-ニトロービニル)-ベンジル)-フェニルーアミ [0951]

[0952] [化347]

製造例73-1-3に記載の4-フェニルアミノメチル―ベンズアルデヒド(3.5g、16 . 6mmol)、ニトロメタン(4. 46mL、83mmol)、酢酸アンモニウム(2. 56g、33. 2m mol)そして酢酸(30mL)の混合物を100℃で4時間撹拌した。その混合物を室温ま で冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で 洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、そ残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=10:1~4:1)で精製 し、標記化合物(1.53g、36%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.16(1H,brs), 4.42(2H,m), 6.60-6.62(2H, m), 6.72 - 6.76(1 + m), 7.15 - 7.19(2 + m), 7.45 - 7.47(2 + m), 7.51 - 7.53(2 + m), 7.58(1H,d,J=13.6Hz), 8.00(1H,d,J=13.6Hz).

「製造例73-1-5](4-(2-ニトローエチル)ーベンジル)ーフェニルーアミン

[0954] [化348]

製造例73-1-4に記載の(4-((E)-2-ニトロ―ビニル)-ベンジル)-フェニ ル―アミン(1.53g、6.02mmol)の酢酸(1.5mL)とジメチルスルホキシド(26mL) の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(364mg、9.63mmol)を適宜冷却しながら室温 で加えた。その混合物を室温で1.5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に 分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過 した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.5g)を得た。この化合物は、精製す ることなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.29-3.33(2H,m), 4.32(2H,s), 4.59-4.62(2H,m, 6.61-6.63(2H,m), 6.70-6.74(1H,m), 7.15-7.20(4H,m), 7.33-7.35(2H,m)

,m).

[0955] [製造例73-1-6](4-フェニルアミノメチル―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド

[0956] [化349]

製造例73-1-5に記載の(4-(2-ニトローエチル)ーベンジル)ーフェニルーアミン(1.5g、5.66mmol)のメタノール溶液(24mL)にリチウムメトキシド(430mg、11.3mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(25mL)とテトラヒドロフラン(12.5mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(1.99mL、18.1mmol)を滴下した。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.5g)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0957] [実施例74]3-(3-(6-(2-フルオロ—フェノキシ)-ピリジン—3-イルメチル) -イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[0958] [化350]

製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジンー2-4ルアミン(9.0mg、0.076mmol)と製造例74-1-4に記載の(6-(2-7)ルオローフェノキシ)ーピリジンー3-4ル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(28mg)のテトラヒドロフラン(1mL)溶液にトリエチルアミン(21μ L、0.15mmol)を加え、55℃で5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:

ヘプタン=2:1)にて精製し標記化合物を粗体として得た。次いで、逆相系高速液体 クロマトグラフィー (アセトニトリルー水系移動相 (0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製した。移動層の濃縮の際に、トリエチルアミンを加えて溶媒を塩基性とし、減圧下濃縮した。得られた残渣を水で洗い、標記化合物 (1.0 mg, 4%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):4.01(2H,s), 5.53(2H,brs), 6.27(1H,s), 6.73 (1H,dd,J=4.9,7.7Hz), 6.98(1H,d,J=8.4Hz), 7.14-7.25(4H,m), 7.63(1H,dd,J=2.4,8

出発物質(6-(2-フルオローフェノキシ)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは、以下の方法で合成した。

.4Hz), 7.72(1H,dd,J=1.8,7.7Hz), 8.09(1H,d,J=2.4Hz), 8.14(1H,dd,J=1.9,4.9Hz).

[0959] [製造例74-1-1]5-ブロモ-2-(2-フルオローフェノキシ)ーピリジン

[0960] [化351]

2ーフルオロフェノール(2.1g、19mmol)、2, 5ージブロモピリジン(3.0g、13mmol)、およびN, Nージメチルホルムアミド(30mL)の混合物に、0℃で水素化ナトリウム(730mg、15mmol、50% in oil)を加え、室温で10分間攪拌した。ついで反応混合物を110℃で5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水で2回洗浄し、ついで飽和食塩水で洗浄した。減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=15:1)にて精製し、標記化合物(940mg、28%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):6.91-6.93(1H,m), 7.16-7.24(4H,m), 7.79 (1H,ddd,J=0.6,2.6,8.6Hz), 8.17(1H,dd,J=0.6,2.6Hz).

[0961] [製造例74-1-2]6-(2-フルオローフェノキシ) -ピリジン-3-カルバルデヒド [0962] [化352]

製造例74-1-1に記載の5-ブロモ-2-(2-フルオロ-フェノキシ)ーピリジン (500mg、1.9mmol)とテトラヒドロフラン (7mL)の混合物に、窒素雰囲気下、-78 ℃でn-ブチルリチウム (1.7mL、1.5M n-ヘキサン溶液、2.6mmol)を加え、 同温で15分間攪拌した。同温で、反応混合物にN,N-ジメチルホルムアミド (0.29 mL、3.7mmol)を加え、徐々に0℃まで昇温した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物 (210mg、53%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):7.12-7.15(1H,m), 7.20-7.31(4H,m), 8.22 (1H,dd,J=2.4,8.6Hz), 8.60(1H,dd,J=0.6,2.4Hz), 9.99(1H,d,J=0.6Hz).

[0963] [製造例74-1-3]2-(2-フルオローフェノキシ)-5-(2-ニトローエチル)-ピ リジン

[0964] [化353]

製造例74-1-2に記載の6-(2-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3-カルバルデヒド(210mg、0.97mmol)と酢酸(3mL)の混合物にニトロメタン(0.39mL、7.3mmol)と酢酸アンモニウム(220mg、2.9mmol)を加え、100℃で3時間攪拌した。反応混合物を室温とし、反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣に、ジメチルスルホキシド(3mL)および酢酸(0.2mL)の混合物を加え、反応混合物に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(58mg、1.5mmol)を加えた。反応混合物を10分間攪拌した。反応混合物に室温で

1)にて精製し、標記化合物(150mg、61%)を得た。

水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.28(2H,t,J=7.1Hz), 4.59(2H,t,J=7.1Hz), 6. 97(1H,d,J=8.4Hz), 7.15-7.24(4H,m), 7.57(1H,dd,J=2.6,8.4Hz), 8.00(1H,d,J=2.6 Hz).

[0965] [製造例74-1-4](6-(2-フルオローフェノキシ)-ピリジン-3-イル)-アセト ヒドロキシモイル クロリド

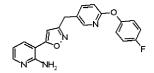
[0966] [化354]

製造例74-1-3に記載の2-(2-フルオローフェノキシ)-5-(2-ニトローエチル)ーピリジン(150mg、0.59mmol)とメタノール(1.5mL)の混合物に、室温でリチウムメトキシド(45mg、1.2mmol)を加え、室温で5分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去した。得られた残渣、塩化メチレン(2mL)、およびテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に-78℃でチタニウム(IV)クロリド(140μL、1.3mmol)を加え、0℃で80分間攪拌した。反応混合物を-78℃に冷却後、水(1mL)を加え、徐々に室温まで昇温させた。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を約pH5になるまで水で洗い、次いで、飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮し、標記化合物(160mg)を粗体として得た。この化合物はさらに精製することなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.74(2H,s), 6.97(1H,d,J=8.4Hz), 7.15-7.2 5(4H,m), 7.63(1H,dd,J=2.4,8.4Hz),8.04(1H,d,J=2.0Hz).

[0967] [実施例75]3-(3-(6-(4-フルオロ—フェノキシ)-ピリジン—3-イルメチル) -イソキサゾール—5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0968] [化355]



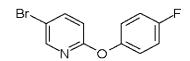
製造例75-1-4に記載の(6-(4-7)ルオローフェノキシ)-ピリジン-3ーイル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(25mg)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジン-2-4ルアミン(6.0mg,0.051mmol)とトリエチルアミン $(21 \mu L,0.15mmol)$ を加え、55℃で5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル・ペプタン=2:1)にて精製し、標記化合物(5.9mg,32%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.02(2H,s), 5.41(2H,brs), 6.27(1H,s), 6.73 (1H,dd,J=4.8,7.7Hz), 6.90(1H,d,J=8.4Hz), 7.06-7.12(4H,m), 7.62(1H,dd,J=2.6,8 .4Hz), 7.71(1H,dd,J=1.7,7.6Hz), 8.13(1H,d,J=2.6Hz), 8.16(1H,dd,J=1.7,4.9Hz).

出発物質(6-(4-フルオローフェノキシ)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは、以下の方法で合成した。

[0969] [製造例75-1-1]5-ブロモ-2-(4-フルオローフェノキシ)ーピリジン

[0970] [化356]



4-フルオロフェノール(2.1g、19mmol)、2,5-ジブロモピリジン(3.0g、13mmol)、およびN,N-ジメチルホルムアミド(30mL)の混合物に、0℃で水素化ナトリウム(730mg、15mmol、50% in oil)を加え、室温で10分間攪拌した。ついで反応混合物を110℃で5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水で2回洗浄し、ついで飽和食塩水で洗浄した。減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=15:1)にて精製し、標記化合物(2.6g、75%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):6.83-6.85(1H,m), 7.09(4H,d,J=6.4Hz), 7.7

6-7.79(1H,m), 8.20(1H,dd,J=0.6,2.6Hz).

[0971] [製造例75-1-2]6-(4-フルオローフェノキシ) - ピリジン-3-カルバルデヒド [0972] [化357]

製造例75-1-1に記載の5-ブロモ-2-(4-フルオロ-フェノキシ)ーピリジン (940mg、3.5mmol)とテトラヒドロフラン (10mL)の混合物に、窒素雰囲気下、-78℃でn-ブチルリチウム(1.7mL、1.5M n-ヘキサン溶液、2.6mmol)を加え、同温で30分間攪拌した。同温で、反応混合物にN,N-ジメチルホルムアミド(0.54 mL、7.0mmol)を加え、徐々に0℃まで昇温した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(280mg、36%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):7.04-7.06(1H,m), 7.13-7.15(4H,m), 8.20 (1H,ddd,J=0.9,2.4,8.6Hz), 8.61(1H,dd,J=0.6,2.4Hz), 9.99(1H,d,J=0.6Hz).

[0973] [製造例75-1-3]2-(4-フルオローフェノキシ)-5-(2-ニトローエチル)-ピ リジン

[0974] [化358]

製造例75-1-2に記載の6-(4-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3-カルバルデヒド(150mg、0.69mmol)と酢酸(2mL)の混合物にニトロメタン(0.28mL、5.2mmol)と酢酸アンモニウム(160mg、2.1mmol)を加え、100℃で3時間攪拌した。反応混合物を室温とし、反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣に、ジメチルスルホキシド(3mL)および酢酸(0.2mL)

の混合物を加え、反応混合物に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム ($42 \, \mathrm{mg}$ 、 $1.1 \, \mathrm{mmol}$)を加えた。反応混合物を同温で $10 \, \mathrm{分間 }$ 攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣を NH シリカゲルカラムクロマトグラフィー (NL)にて精製し、標記化合物 ($130 \, \mathrm{mg}$ 、70%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.28(2H,t,J=7.1Hz), 4.60(2H,t,J=7.1Hz), 6. 89(1H,dd,J=0.4,8.4Hz), 7.09(4H,d,J=6.4Hz), 7.55(1H,dd,J=2.6,8.4Hz), 8.03(1H,d,J=2.2Hz).

[0975] [製造例75-1-4](6-(4-フルオロ-フェノキシ)-ピリジン-3-イル)-アセト ヒドロキシモイル クロリド

[0976] [化359]

製造例75-1-3に記載の2-(4-フルオローフェノキシ)-5-(2-ニトローエチル)ーピリジン(120mg、0.46mmol)とメタノール(2mL)の混合物に、室温でリチウムメトキシド(35mg、0.91mmol)を加え、室温で5分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。得られた残渣に、塩化メチレン(2mL)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物を加え、反応混合物に-78℃でチタニウム(IV)クロリド(110μL、1.0mmol)を加え、0℃で100分間攪拌した。反応混合物を0℃に冷却後、水(1mL)を加え、徐々に室温まで昇温させた。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を約pH5になるまで水で洗い、次いで、飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮し、標記化合物(130mg)を粗体として得た。この化合物はさらに精製することなく次の反応に用いた。

[0977] [実施例76]3-(3-(4-(ピリジン-3-イルオキシ)-ベンジル)-イソキサゾール -5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0978] [化360]

窒素雰囲気下、製造例76-1-3に記載の3-(4-(2-ニトローエチル)ーフェノ キシ) ーピリジン(819mg、3. 35mmol)のメタノール(10. 0mL)溶液に、室温でリチ ウムメトキシド(254mg、6. 70mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物 を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(15.0ml)と無水テトラヒドロフラン(7. 00ml)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタ ニウム(IV)クロリド(1.18mL、10.7mmol)を滴下し、その後室温で30分間攪拌し た。氷冷下(0℃)、反応混合物に重曹水、酢酸エチルを加え、セライトを用いてろ過 した。ろ液の有機層を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水 溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮 し粗生成物(400mg)を得た。この粗生成物(250mg)、製造例1-2-3に記載の3 ーエチニルーピリジンー2ーイルアミン(40.0mg、0.339mmol)のテトラヒドロフラ ン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(142 µ L、1.02mmol)を加え、60℃ で3時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を 飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を 減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタ ン=1:1)で精製し、さらに、混合物を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリ ルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(11. 7mg, 10.0%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 345.13(MH^{+})$

 1 H-NMR Spectrum (CD₃OD) δ (ppm):4.17(2H,s), 6.89(1H,s), 7.06-7.10(1H,m), 7.19-7.22(2H,m), 7.48-8.50(2H,m), 7.94-7.98(1H,m), 8.04-8.06(1H,m), 8.08-8.11(1H,m), 8.37-8.39(1H,m), 8.55(1H,d,J=5.6Hz), 8.60(1H,d,J=2.8Hz).

出発物質3-(4-(2-ニトローエチル)-フェノキシ)-ピリジンは以下の方法で合成した。

[0979] 「製造例76-1-1]4-(ピリジン-3-イルオキシ) - ベンズアルデヒド

[0980] [化361]

[0981] [製造例76-1-2]3-(4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシ)ーピリジン [0982] [化362]

窒素雰囲気下、製造例76-1-1に記載の4-(ピリジン-3-イルオキシ)ーベンズアルデヒド(1.70g、8.53mmol)の酢酸(17.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(2.60g、42.7mmol)、酢酸アンモニウム(1.32g、17.1mmol)を加え、110℃で3時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し標記化合物(2.00g)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):7.12-7.14(2H,m), 7.48-7.51(1H,m), 7.57-7.61(1H,m), 7.91-7.94(2H,m), 8.16-8.19(2H,m), 8.46-8.47(2H,m).

[0983] [製造例76-1-3]3-(4-(2-ニトローエチル)-フェノキシ)ーピリジン

[0984] [化363]

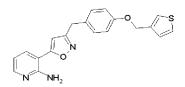
窒素雰囲気下、製造例76-1-2に記載の3-(4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシ)ーピリジン(2.00g、8.26mmol)、酢酸(2.00mL)のジメチルスルホキシド(15.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(500mg、

13. 2mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3→1:2)で精製し、標記化合物(819mg、40.6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.26(2H,t,J=6.8Hz), 4.88(2H,t,J=6.8Hz), 7.17(2H,d,J=8.4Hz), 7.40(2H,d,J=8.4Hz), 7.68-7.76(2H,m), 8.23(1H,s), 8.35 (1H,d,J=5.2Hz).

[0985] [実施例77]3-(3-(4-(チオフェン-3-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾ ール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[0986] [化364]



製造例77-1-4に記載の(4-(チオフェン—3-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.532mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(40mg、0.339mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(185 μ L、1.33mmol)を加え、50℃で3時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1~1:1)で精製し、標記化合物(46mg、24%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.00(2H,s), 5.06(2H,s), 5.41(2H,brs), 6.24 (1H,s), 6.69-6.72(1H,m), 6.93-6.95(2H,m), 7.14-7.15(1H,m), 7.19-7.22(2H,m), 7.31-7.35(2H,m), 7.69-7.71(1H,m), 8.13-8.14(1H,m).

出発物質(4-(チオフェン―3-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。 [0987] [製造例77-1-1]4-(チオフェン-3-イルメトキシ)-ベンズアルデヒド

[0988] [化365]

ジエチルアゾジカルボキシレート(16.1mL、40.9mmol)のテトラヒドロフラン溶液 (250mL)に、4ーヒドロキシベンズアルデヒド(5g、40.9mmol)、3ーチオフェンメタ ノール(3.86mL、40.9mmol)そしてPSートリフェニルホスフィン(29g、1.41mm ol/g、40.9mmol)を加えた。その混合物を室温で7時間撹拌した。その混合物を減 圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標記化合物(3.61g、40%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.17(2H,s), 7.07-7.09(2H,m), 7.15-7.17(1H,m), 7.35-7.39(2H,m), 7.84-7.86(2H,m), 9.90(1H,s).

[0989] [製造例77-1-2]3-(4-((E)-2-ニトロ―ビニル)-フェノキシメチル)-チオフェン

[0990] [化366]

製造例77-1-1に記載の4-(チオフェン—3-イルメトキシ)ーベンズアルデヒド (3.61g、16.5mmol)、ニトロメタン(4.44mL、82.5mmol)、酢酸アンモニウム(2.54g、33mmol)そして酢酸(36mL)の混合物を100℃で5時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(4.1g)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.14(2H,s), 7.01-7.03(2H,m), 7.14-7.16(1H,m), 7.34-7.35(1H,m), 7.37-7.39(1H,m), 7.50-7.54(3H,m), 7.96-8.00(1H,m).

[0991] [製造例77-1-3]3-(4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)-チオフェン [0992] [化367]

製造例77-1-2に記載の3-(4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシメチル)ーチオフェン(4.1g、15.7mmol)の酢酸(4.1mL)とジメチルスルホキシド(70mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(950mg、25.1mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で1.5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(1.93g、47%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) 3 3 (ppm):3.24-3.28(2H,m), 4.55-4.59(2H,m), 5.05 (2H,s), 6.91-6.93(2H,m), 7.11-7.15(3H,m), 7.31-7.32(1H,m), 7.34-7.36(1H,m).

[0993] [製造例77-1-4](4-(チオフェン―3-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド

[0994] [化368]

製造例77-1-3に記載の3-(4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)-チオフェン(1g、3.8mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(289mg、7.6mmol)を加えた。その混合物を1.5時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(16mL)とテトラヒドロフラン(8mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(1.34mL、12.2mmol)を滴下した。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.1g)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[0995] 「実施例78]3-(3-(4-シクロペンチルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5

275

[0996] [化369]

製造例78-1-4に記載の(4-シクロペンチルオキシ―フェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.592mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(45mg、0.378mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(206 μ L、1.48mmol)を加え、50℃で3時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(44mg、22%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):1.57-1.75(2H,m), 1.75-1.92(6H,m), 3.98 (2H,s), 4.71-4.75(1H,m), 5.39(2H,brs), 6.24(1H,s), 6.69-6.72(1H,m), 6.82-6.85(2H,m), 7.16-7.18(2H,m), 7.69-7.71(1H,m), 8.12-8.14(1H,m).

出発物質(4-シクロペンチルオキシ―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド は以下の方法で合成した。

[0997] [製造例78-1-1]4-シクロペンチルオキシ―ベンズアルデヒド

[0998] [化370]

ジエチルアゾジカルボキシレート(16.1mL、40.9mmol)のテトラヒドロフラン溶液 (250mL)に、4ーヒドロキシベンズアルデヒド(5g、40.9mmol)、シクロペンタノール(3.71mL、40.9mmol)そしてトリフェニルホスフィン(10.7g、40.9mmol)を加えた。その混合物を室温で30時間撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標

記化合物(4.36g、56%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.61-1.70(2H,m), 1.77-2.00(6H,m), 4.84 -4.87(1H,m), 6.95-6.98(2H,m), 7.80-7.83(2H,m), 9.87(1H,s).

[0999] [製造例78-1-2]1-シクロペンチルオキシ-4-((E)-2-ニトロービニル)-ベンゼン

[1000] [化371]

製造例78-1-1に記載の4-シクロペンチルオキシ―ベンズアルデヒド(4.36g、22.9mmol)、ニトロメタン(6.16mL、115mmol)、酢酸アンモニウム(3.53g、33mmol)そして酢酸(45mL)の混合物を100℃で14時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(4.8g)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.61-1.66(2H,m), 1.78-1.97(6H,m), 4.80 -4.84(1H,m), 6.90-6.93(2H,m), 7.46-7.53(3H,m), 7.96-7.99(1H,m).

[1001] [製造例78-1-3]1-シクロペンチルオキシ―4-(2-ニトロ―エチル)-ベンゼン

[1002] [化372]

製造例78-1-2に記載の1-シクロペンチルオキシー4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(4.8g、20.4mmol)の酢酸(4.8mL)とジメチルスルホキシド(82mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(1.23g、32.6mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で1.5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(3.24g、68%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.59-1.65(2H,m), 1.76-1.92(6H,m), 3.23 -3.27(2H,m), 4.55-4.58(2H,m), 4.70-4.74(1H,m), 6.80-6.84(2H,m), 7.07-7.11(2H,m).

[1003] [製造例78-1-4](4-シクロペンチルオキシ―フェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド

[1004] [化373]

製造例78-1-3に記載の1-シクロペンチルオキシー4-(2-ニトローエチル)
ーベンゼン(1g、4.26mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(356mg、9.37mmol)を加えた。その混合物を1.5時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(16mL)とテトラヒドロフラン(8mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(1.03mL、9.37mmol)を滴下した。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.1g)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[1005] [実施例79]3-(3-(4-シクロヘキシルオキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5 -イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1006] [化374]

製造例79-1-4に記載の(4-シクロヘキシルオキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150 mg, 0.56 mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(42 mg, 0.357 mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)溶

液に、トリエチルアミン (195 μ L、1. 4mmol)を加え、50℃で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル= $4:1\sim2:1$)で精製し、標記化合物 (37mg、19%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.29-1.41(3H,m), 1.47-1.56(3H,m), 1.79 -1.80(2H,m), 1.96-1.99(2H,m), 3.99(2H,s), 4.18-4.24(1H,m), 5.38(2H,brs), 6.25(1H,s), 6.69-6.72(1H,m), 6.85-6.88(2H,m), 7.12-7.18(2H,m), 7.69-7.7 1(1H,m), 8.13-8.14(1H,m).

出発物質(4-シクロヘキシルオキシ―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド は以下の方法で合成した。

[1007] [製造例79-1-1]4-シクロヘキシルオキシーベンズアルデヒド

[1008] [化375]

ジエチルアゾジカルボキシレート(16.1mL、40.9mmol)のテトラヒドロフラン溶液 (250mL)に、4ーヒドロキシベンズアルデヒド(5g、40.9mmol)、シクロヘキサノール(4.31mL、40.9mmol)そしてトリフェニルホスフィン(10.7g、40.9mmol)を加えた。その混合物を室温で30時間撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標記化合物(2.84g、34%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.31-1.46(4H,m), 1.53-1.63(2H,m), 1.80 -1.86(2H,m), 1.98-2.02(2H,m), 4.35-4.41(1H,m), 6.97-7.00(2H,m), 7.80-7.84(2H,m), 9.87(1H,s).

[1009] [製造例79-1-2]1-シクロヘキシルオキシ―4-((E)-2-ニトロ―ビニル)-ベンゼン

[1010] [化376]

製造例79-1-1に記載の4-シクロヘキシルオキシーベンズアルデヒド(2.84g、13.9mmol)、ニトロメタン(3.74mL、69.5mmol)、酢酸アンモニウム(2.14g、27.8mmol)そして酢酸(30mL)の混合物を100℃で14時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(3.3g)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm): 1.34-1.45(3H,m), 1.51-1.61(3H,m), 1.80 -1.82(2H,m), 1.98-2.00(2H,m), 4.31-4.36(1H,m), 6.91-6.95(2H,m), 7.45-7.50(2H,m), 7.53-7.57(1H,m), 7.96-7.99(1H,m).

[1011] [製造例79-1-3]1-シクロヘキシルオキシ-4-(2-ニトローエチル)-ベンゼン

「1012] 「化377]

製造例79-1-2に記載の1-シクロヘキシルオキシー4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(3.3g、13.1mmol)の酢酸(3.3mL)とジメチルスルホキシド(55 mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(793mg、21mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標記化合物(1.45g、44%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):1.26-1.43(3H,m),1.46-1.58(3H,m),1.79

-1.81(2H,m), 1.95-1.98(2H,m), 3.23-3.27(2H,m), 4.17-4.24(1H,m), 4.55-4.58(2H,m), 6.83-6.87(2H,m), 7.08-7.10(2H,m).

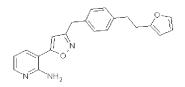
[1013] [製造例79-1-4](4-シクロヘキシルオキシーフェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド

[1014] [化378]

製造例79-1-3記載の1-シクロヘキシルオキシー4-(2-ニトローエチル)ーベンゼン(1.45g、5.82mmol)のメタノール溶液(17mL)にリチウムメトキシド(442mg、11.6mmol)を加えた。その混合物を2時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(24mL)とテトラヒドロフラン(12mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(1.41mL、12.8mmol)を滴下した。その混合物を室温で1.5時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1.5g)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[1015] [実施例80]3-(3-(4-(2-フラン-2-イル—エチル)-ベンジル)-イソキサゾ ール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1016] [化379]



窒素雰囲気下、製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン (33.1mg、0.281mmol)の無水テトラヒドロフラン (5mL)溶液に、室温で製造例8 0-1-7に記載の(4-(2-フラン-2-イルーエチル)フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(224mg、0.85mmol)を加えた。その後、トリエチルアミン(0.24m L、1.7mmol)を滴下し、60℃で1.5時間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:9ついで3:7)で精製し、標記化合物(39.6mg、40.8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.88-2.98(4H,m), 4.03(2H,s), 5.41(2H,brs),5.97(1H,d,J=3.2Hz), 6.25(1H,s), 6.27(1H,dd,J=2.0,3.2Hz), 6.71(1H,dd,J=4.8,8.0 Hz), 7.15(2H,d,J=8.4Hz), 7.20(2H,d,J=8.4Hz), 7.31(1H,d,J=2.0Hz), 7.70(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.13(1H,dd,J=2.0,4.8Hz).

出発物質((4-(2-フラン-2-イル-エチル)フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1017] [製造例80-1-1]4-((E)-2-フラン-2-イルービニル)-ベンゾイックアシッド エチル エステル

[1018] [化380]

窒素雰囲気下、60%水素化ナトリウム(0.48g、12mmol)を無水テトラヒドロフラン10mLに懸濁し、室温にて、製造例93-1-1と同様の方法でエチル 4-ブロモメチルベンゾエートとトリエチルホスファイトより調製したジエチル 4-エトキシカルボニルベンジルホスホネート(3.6g、12mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、室温でフルフラール(1g、10.4mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を氷冷下(0℃)で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:20)で精製し、標記化合物(1.07g、42%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.40(3H,t,J=5.2Hz), 4.38(2H,q,J=5.2Hz), 6.40-6.48(2H,m), 6.99(1H,d,J=16Hz), 7.05(1H,d,J=16Hz), 7.43(1H,m), 7.50(2H,dd,J=2.0,6.4Hz), 8.01(2H,dd,J=2.0,6.4Hz).

[1019] [製造例80-1-2]4-(2-フラン-2-イル-エチル)-ベンゾイック アシッド エ チル エステル

[1020] [化381]

製造例80-1-1に記載の4-((E)-2-フラン-2-イルービニル)ーベンゾイックアシッド エチル エステル(1.07g、4.4mmol)の無水テトラヒドロフラン(25mL) 溶液に、10%パラジウムー炭素(50%含水物、500mg)を加え水素雰囲気下室温にて2時間攪拌した。反応液をろ過し、ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(tーブチルメチルエーテル:ヘプタン=5:95)で精製し、標記化合物(706mg、65.4%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):1.39(3H,t,J=7.2Hz), 2.90-3.08(4H,m), 4.3 6(2H,q,J=7.2Hz), 5.94(1H,m), 6.26(1H,m), 7.21(2H,d,J=8.0Hz), 7.32(1H,m), 7. 95(2H,d,J=8.0Hz).

[1021] [製造例80-1-3](4-(2-フラン-2-イル-エチル)-フェニル)-メタノール [1022] [化382]

窒素雰囲気下、製造例80-1-2に記載の4-(2-フラン-2-イルーエチル)ーベンゾイック アシッド エチル エステル(706mg、2.89mmol)の無水テトラヒドロフラン(10mL)溶液に、ドライアイスーエタノールバス(-78°)で冷却下、水素化ジイソブチルアルミニウム(0.97Mトルエン溶液、7.45mL、7.23mmol)を加えた。30分攪拌したのち反応液に15%酒石酸カリウムナトリウム水溶液40mLを加え、室温にて30分攪拌した。酢酸エチル100mLを加えた後、有機層と水層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(580mg、99%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):1.58(1H,t,J=6.0Hz), 2.90-3.00(4H,m), 4.66(2H,d,J=6.0Hz), 5.96(1H,m), 6.27(1H,m), 7.17(2H,d,J=8.0Hz), 7.28(2H,d,J=8.0Hz), 7.32(1H,m).

[1023] [製造例80-1-4]4-(2-フラン-2-イル-エチル) - ベンズアルデヒド [1024] [化383]

製造例80-1-3に記載の(4-(2-フラン-2-イルーエチル)-フェニル)ーメタノール(580mg、2.87mmol)の酢酸エチル(50mL)溶液に、活性二酸化マンガン(8g、92mmol)を加え室温にて12時間攪拌した。反応液をセライトを通して吸引ろ過し、酢酸エチル(50mL)で洗浄した。ろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(480mg、83.5%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.94-3.08(4H,m), 5.96(1H,m), 6.27(1H,m), 7.32(3H,d,J=8.0Hz), 7.80(2H,d,J=8.0Hz), 9.98(1H,s).

[1025] [製造例80-1-5]4-(2-フラン-2-イル-エチル)-((E)-2-ニトロービニル)-ベンゼン

[1026] [化384]

窒素雰囲気下、製造例80-1-4に記載の4-(2-フラン-2-イルーエチル)ーベンズアルデヒド(480mg、2.4mmol)の酢酸(5mL)溶液に、室温でニトロメタン(732mg、12mmol)、酢酸アンモニウム(370mg、4.8mmol)を加え、120℃で2時間攪拌した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(554mg、95%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.90-3.08(4H,m), 5.95(1H,m), 6.27(1H,m), 7.23(2H,d,J=8.0Hz), 7.32(1H,m), 7.46(2H,d,J=8.0Hz), 7.57(1H,d,J=13.6Hz), 7.99(1H,d,J=13.6Hz).

[1027] [製造例80-1-6]4-(2-フラン-2-イル-エチル)-(2-ニトロ-エチル)-ベンゼン

[1028] [化385]

窒素雰囲気下、製造例80-1-5に記載の4-(2-フラン-2-イルーエチル)- ((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(554mg、2.28mmol)、酢酸(0.5mL)のテトラヒドロフランージメチルスルホキシド混合溶液(1:1、10mL)に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(129mg、3.42mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。適宜冷却しながら室温で、その反応溶液に水を滴下した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(tーブチルメチルエーテル:ヘプタン=5:95)で精製し、標記化合物(300mg、53%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.88-2.96(4H,m), 3.29(2H,t,J=7.2Hz), 4.5 9(2H,t,J=7.2Hz), 5.95(1H,m), 6.27(1H,m), 7.10-7.16(4H,m), 7.32(1H,m)

[1029] [製造例80-1-7](4-(2-フラン-2-イル-エチル)フェニル)-アセトヒドロキ シモイル クロリド

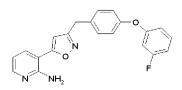
[1030] [化386]

窒素雰囲気下、製造例80-1-6に記載の4-(2-フラン-2-イルーエチル)-(2-ニトローエチル)ーベンゼン(300mg、1.22mmol)のメタノール(5mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(92.7mg、2.44mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣に無水塩化メチレン(7mL)と無水テトラヒドロフラン(3mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス(-78℃)で冷却下、反応混合物にチタニウム(IV)クロリド 1Mジクロロメタン溶液(2.7mL、2.7mmol)を滴下し、0℃で45分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(324mg、100%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.88-2.96(4H,m), 3.77(2H,s), 5.96(1H,m), 6.27(1H,m), 7.15(2H,d,J=8.4Hz), 7.19(2H,d,J=8.4Hz), 7.32(1H,m), 7.36(1H,s).

[1031] [実施例81]3-(3-(4-(3-フルオロ—フェノキシ)-ベンジル)-イソキサゾール -5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1032] [化387]



製造例81-1-2に記載の(4-(3-フルオローフェノキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(290mg、1.04mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(50.0mg、0.423mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(177 μ L、1.27mmol)を加え、60℃で30分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(38.7mg、25.3%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.05(2H,s), 6.27(2H,brs), 6.70(1H,dd, J=3.2,8.0Hz), 6.79-6.93(2H,m), 6.84(1H,s), 6.95(1H,m), 7.04-7.06(2H,m), 7.37-7.43(3H,m), 7.88(1H,dd,J=1.6,8.0Hz), 8.08-8.10(1H,m).

出発物質(4-(3-フルオローフェノキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1033] [製造例81-1-1]1-(3-フルオロ-フェノキシ)-4-(2-ニトロ-エチル)-ベ ンゼン

[1034] [化388]

窒素雰囲気下、3-フルオロフェノール(5.43g、48.4mmol)、4-フルオロベン ズアルデヒド(3.00g、24.2mmol)、のN, N-ジメチルホルムアミド(30.0mL)溶 液に、炭酸カリウム(10.1g、72.5mmol)を加え、80℃で16時間攪拌した。その後 、反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で 洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸 混合物(6.0g)、酢酸(50.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(6.78g、111mmol) 、酢酸アンモニウム(3. 42g、44. 4mmol)を加え、110℃で4時間攪拌した。反応 混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水 と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。 そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物(5.5g)を得た。この粗生成物(5.5g)と酢酸(5. 00mL)のジメチルスルホキシド(40.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素 化ホウ素ナトリウム(1.28g、33.9mmol)を加え、室温で5分間攪拌した。その後、 適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有 機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、 ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(2.10g、37.9%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO- d_{g}) δ (ppm): 3.24(2H,t,J=6.8Hz), 4.86(2H,t,J=6.8Hz), 6.78 - 6.85(2H,m), 6.94 - 6.98(1H,m), 7.03(2H,d,J=8.0Hz), 7.33(2H,d,J=8.0Hz)z), 7.40 - 7.42(1H,m).

[1035] [製造例81-1-2](4-(3-フルオロ-フェノキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモ イル クロリド

[1036] [化389]

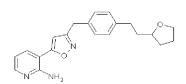
窒素雰囲気下、製造例81-1-1に記載の1-(3-7)ルオローフェノキシ)-4-(2-1) 2-1

した。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン (20.0 mL)と無水 テトラヒドロフラン (10.0 mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下 (-78°C)で 反応混合物にチタニウム (IV) クロリド ($525\,\mu$ L、4.78 mmol)を滴下し、その後室温 で40分間攪拌した。氷冷下 (0°C)、反応混合物に水、酢酸エチル、を加え、有機層 を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し標記化合物 (490 mg、91.7%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm): 3.83(2H,s), 6.80-6.89(2H,m), 6.95-7.00(1H,m), 7.05(2H,d,J=8.4Hz), 7.31(2H,d,J=8.4Hz), 7.38-7.45(1H,m), 11.75(1H,s).

[1037] [実施例82]3-(3-(4-(2-(テトラヒドロフラン-2-イル)-エチル)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1038] [化390]



窒素雰囲気下、製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン (43.7mg、0.37mmol)の無水テトラヒドロフラン(5mL)溶液に、室温で製造例82-1-6に記載の(4-(2-テトラヒドロフラン-2-イルーエチル)フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(300mg、1.12mmol)を加えた。その後、トリエチルアミン (0.31mL、2.24mmol)を滴下し、60℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:9ついで3:7)で精製し、標記化合物(68mg、53%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.40-1.55(1H,m), 1.70-2.00(5H,m), 2.60 -2.80(2H,m), 3.70-3.90(3H,m), 4.02(2H,s), 5.41(2H,brs), 6.25(1H, s), 6.70(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 7.16-7.24(4H,m), 7.70(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.13(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 7.16-7.24(4H,m), 7.70(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.13(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 7.16-7.24(4H,m), 7.70(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.13(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 7.16-7.24(4H,m), 7.70(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.13(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 8.1

2.0,4.8Hz).

出発物質(4-(2-テトラヒドロフラン-2-イル-エチル)フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1039] [製造例82-1-1]4-(2-(テトラヒドロフラン-2-イル)-エチル)ベンゾイック アシッド エチル エステル

「1040] 「化391]

製造例80-1-1に記載の4-((E)-2-7ラン-2-4ルービニル) -ベンゾイックアシッド エチル エステル(2.2g、9.39mmol)の無水テトラヒドロフラン(25mL) 溶液に、10%パラジウム-炭素(50%含水物、1g)を加え水素雰囲気下室温にて6時間攪拌した。反応液を減圧下ろ過し、ろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(2.2g、100%)を粗体として得た。

[1041] [製造例82-1-2](4-(2-(テトラヒドロフラン-2-イル)-エチル)-フェニル) -メタノール

[1042] [化392]

窒素雰囲気下、製造例82-1-1に記載の4-(2-(テトラヒドロフラン-2-イル) -エチル)ベンゾイック アシッド エチル エステル(2.2g、9.39mmol)の無水テト ラヒドロフラン(20mL)溶液に、ドライアイス-エタノールバス(-78℃)で冷却下、水 素化ジイソブチルアルミニウム(0.97Mトルエン溶液、24.2mL、23.5mmol)を 加えた。30分攪拌したのち反応液に15%酒石酸カリウムナトリウム水溶液(100mL) を加え、室温にて30分攪拌した。酢酸エチル(200mL)を加えた後、有機層と水層 を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネ シウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ ー(酢酸エチル:ヘプタン=1:9ついで2:8)で精製し標記化合物(600mg、31%)を 得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):1.40-1.55(1H,m), 1.63(1H,t,J=6.0Hz), 1.7 0-2.00(5H,m), 2.60-2.80(2H,m), 3.70-3.90(3H,m), 4.66(2H,d,J=6.0Hz), 7.21 (2H,d,J=8.0Hz), 7.28(2H,d,J=8.0Hz).

[1043] [製造例82-1-3]4-(2-(テトラヒドロフラン-2-イル)-エチル)ベンズアルデヒド

[1044] [化393]

製造例82-1-2に記載の(4-(2-テトラヒドロフラン-2-イルーエチル)ーフェニル)ーメタノール(600mg、2.91mmol)の酢酸エチル(50mL)溶液に、活性二酸化マンガン(10g、115mmol)を加え室温にて12時間攪拌した。反応液をセライトを通して吸引ろ過し、酢酸エチル(50mL)で洗浄した。ろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(565mg、95%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):1.40-1.55(1H,m), 1.70-2.00(5H,m), 2.60 -2.80(2H,m), 3.70-3.90(3H,m), 7.37(2H,d,J=8.4Hz), 7.80(2H,d,J=8.0Hz), 9.9 7(1H,s).

[1045] [製造例82-1-4]4-(2-テトラヒドロフラン-2-イル-エチル)-((E)-2-ニトロービニル)-ベンゼン

[1046] [化394]

窒素雰囲気下、製造例82-1-3に記載の4-(2-テトラヒドロフラン-2-イルーエチル)ベンズアルデヒド(565mg、2.77mmol)の酢酸(10mL)溶液に、室温でニトロメタン(1.69g、27.7mmol)、酢酸アンモニウム(427mg、5.54mmol)を加え、120℃で4時間攪拌した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を

水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒 を減圧下留去し、標記化合物(646mg、94%)を粗体として得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.40-1.55(1H,m), 1.70-2.00(5H,m), 2.60 -2.80(2H,m), 3.70-3.90(3H,m), 7.29(2H,d,J=8.0Hz), 7.47(2H,d,J=8.0Hz), 7.5 7(1H,d,J=13.6Hz), 7.99(1H,d,J=13.6Hz).

[1047] [製造例82-1-5]4-(2-テトラヒドロフラン-2-イルーエチル)-(2-ニトローエチル)-ベンゼン

[1048] [化395]

窒素雰囲気下、製造例82-1-4に記載の4-(2-テトラヒドロフラン-2-イルーエチル)-((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(646mg、2.61mmol)、酢酸(0.6mL)のテトラヒドロフランージメチルスルホキシド混合溶液(1:1、10mL)に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(148mg、3.92mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。適宜冷却しながら室温で、その反応溶液に水を滴下した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHーシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:8)で精製し、標記化合物(421mg、65%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.40-1.55(1H,m), 1.70-2.00(5H,m), 2.60 -2.80(2H,m), 3.29(2H,t,J=7.2Hz), 3.70-3.90(3H,m), 4.59(2H,t,J=7.2Hz), 7.11 (2H,d,J=8.4Hz), 7.17(2H,d,J=8.4Hz).

[1049] [製造例82-1-6](4-(2-テトラヒドロフラン-2-イルーエチル)フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[1050] [化396]

窒素雰囲気下、製造例82-1-5に記載の4-(2-テトラヒドロフラン-2-イルー

エチル) - (2-ニトローエチル) - ベンゼン(421mg、1.69mmol)のメタノール(5 mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(128mg、3.38mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣に無水塩化メチレン(10mL)と無水テトラヒドロフラン(5mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス(-78℃)で冷却下、反応混合物にチタニウム(IV)クロリド 1Mジクロロメタン溶液(3.7mL、3.72mmol)を滴下し、0℃で45分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(445mg、98%)を粗体として得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.40-1.55(1H,m), 1.70-2.00(5H,m), 2.60 -2.80(2H,m), 3.70-3.90(3H,m), 3.77(2H,s), 7.18(4H,brs), 7.51(1H,brs).

[1051] [実施例83]3-(3-(4-(2-フルオロ—フェノキシ)-ベンジル)-イソキサゾール -5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1052] [化397]

製造例83-1-3に記載の(4-(2-フルオローフェノキシ)ーフェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(290mg、1.04mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(50.0mg、0.423mmol)のテトラヒドロフラン(10.0mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(177 μ L、1.27mmol)を加え、60℃で30分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(57.0mg、37.3%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):4.02(2H,s), 6.27(2H,brs), 6.81-6.72(1H,m), 6.82(1H,s), 6.94(2H,d,J=8.4Hz), 7.13-7.18(1H,m), 7.20-7.25(2H,m), 7.33(2H,d,J=8.4Hz), 7.36-7.41(1H,m), 7.87-7.89(1H,m), 8.08-8.10(1H,m).

出発物質(4-(2-フルオローフェノキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1053] [製造例83-1-1]4-(2-フルオローフェノキシ) - ベンズアルデヒド

[1054] [化398]

窒素雰囲気下、2-フルオロフェノール(5. 43g、48. 4mmol)、4-フルオロベンズアルデヒド(3.00g、<math>24. 2mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド(30.0mL)溶液に、炭酸カリウム(10.1g、72. 5mmol)を加え、80でで16時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: \sim プタン= $1:15\rightarrow 1:10$)で精製し、標記化合物(5.20g、99.4%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm): 7.04(2H,d,J=8.8Hz), 7.17-7.24(4H,m), 7. 85(2H,d,J=8.8Hz), 9.91(1H,s).

[1055] [製造例83-1-2]1-(2-フルオローフェノキシ)-4-(2-ニトローエチル)-ベ ンゼン

[1056] [化399]

窒素雰囲気下、製造例83-1-1に記載の4-(2-フルオローフェノキシ)ーベンズアルデヒド(3.00g、13.9mmol)の酢酸(30.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(4.24g、69.5mmol)、酢酸アンモニウム(2.14g、27.8mmol)を加え、110℃で3時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物(3.60g)を得た。この粗生成物(3.60g)、酢酸(3.00mL)のジメチルスルホキシド(50.0mL)溶液に、適

宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(789mg、20.9mmol)を加え、室温で20分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:10→1:5)で精製し、標記化合物(1.80g、49.6%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.20(2H,d,J=7.2Hz), 4.83(2H,d,J=7.2Hz), 6.91-6.93(2H,m), 7.13-7.17(1H,m), 7.20-7.29(4H,m), 7.36-7.41(1H,m).

[1057] [製造例83-1-3](4-(2-フルオローフェノキシ) - フェニル) - アセトヒドロキシモ イル クロリド

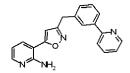
[1058] [化400]

窒素雰囲気下、製造例83-1-2に記載の1-(2-フルオローフェノキシ)-4-(2-ニトローエチル)ーベンゼン(1.80g、6.89mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(524mg、13.8mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(15.0mL)と無水テトラヒドロフラン(5.00mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(1.74mL、15.8mmol)を滴下し、その後室温で30分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し標記化合物(2.00g、51.9%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.79(2H,s), 6.93-6.95(2H,m), 7.16-7.27(5H,m), 7.28-7.42(1H,m), 11.73(1H,s).

[1059] [実施例84]3-(3-(3-ピリジン-2-イル-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1060] [化401]



製造例84-1-3に記載の(3-(ピリジン―2-イル)―フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(100mg)とテトラヒドロフラン(2mL)の混合物に、室温で製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(10mg、0.20mmol)とトリエチルアミン(71 μ L、0.51mmol)を加え、55℃で2.5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:へプタン=2:1)にて精製し標記化合物を粗体として得た。次いで、逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(7.2mg、15%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。MS m/e(ESI) 329.20(MH[†])

出発物質(3-(ピリジン-2-イル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは、 以下の方法で合成した。

[1061] 「製造例84-1-1]3-ピリジン-2-イルーベンズアルデヒド

[1062] [化402]

3ーブロモベンズアルデヒド(930mg、5.0mmol)とトルエン(10mL)の混合物に、室温でトリーnーブチル(2ーピリジル)チン(2.1g、5.6mmol)およびビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II) クロリド(350mg、0.50mmol)を加え、反応混合物を5時間加熱還流した。反応混合物を室温とし、同温で飽和フッ化カリウム水溶液(1mL)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物に水と酢酸エチルを加え、セライトを用いてろ過した。ろ液の有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄した。減圧下溶媒留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(530mg、58%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):7.28-7.32(1H,m), 7.65(1H,t,J=7.7Hz), 7.8 0-7.82(2H,m), 7.93-7.95(1H,m), 8.29-8.31(1H,m), 8.50-8.51(1H,m), 8.72 -8.74(1H,m), 10.12(1H,s).

[1063] [製造例84-1-2]2-(3-(2-ニトローエチル)ーフェニル)ーピリジン

[1064] [化403]

製造例84-1-1に記載の3-ピリジン-2-イルーベンズアルデヒド(290mg、1 . 6mmol)と酢酸(5mL)の混合物にニトロメタン(0. 65mL、12mmol)と酢酸アンモニウム(370mg、4. 8mmol)を加え、100℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温とし、反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣に、ジメチルスルホキシド(6mL)および酢酸(0. 4mL)の混合物を加え、反応混合物に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(97mg、2. 6mmol)を加えた。反応混合物を同温で10分間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(26 0mg、71%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.41(2H,t,J=7.5Hz), 4.67(2H,t,J=7.5Hz), 7. 24-7.27(2H,m), 7.44(1H,t,J=7.7Hz), 7.70-7.79(2H,m), 7.85(1H,d,J=7.9Hz), 7. 90(1H,s), 8.68-8.70(1H,m).

[1065] [製造例84-1-3](3-(ピリジン―2-イル)―フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

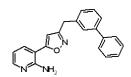
[1066] [化404]

製造例84-1-2に記載の2-(3-(2-ニトローエチル) -フェニル) -ピリジン(2 60mg、1. 1mmol)とメタノール(4mL)の混合物に、室温でリチウムメトキシド(86mg、2. 3mmol)を加え、室温で5分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。得られた残渣に、塩化メチレン(6mL)とテトラヒドロフラン(3mL)の混合物を加え、反応混合物に-78℃でチタニウム(IV)クロリド(400 μ L、3. 6mmol)を加え、0℃で60分間攪拌した。反応混合物を0℃に冷却後、同温で飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、次いで、水と酢酸エチルを加えた。反応混合物をセライトを用いてろ過し、ろ液の有機層を分離した。有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより標記化合物(160mg)を粗体として得た。この化合物はさらに精製することなく次の反応に用いた。

296

[1067] [実施例85]3-(3-ビフェニル-3-イルメチル-イソキサゾール-5-イル)-ピリ ジン-2-イルアミン

[1068] [化405]



製造例85-1-3に記載のビフェニルー3ーイルーアセトヒドロキシモイル クロリド(120mg)とテトラヒドロフラン(6mL)の混合物に、室温で製造例1-2-3に記載の3ーエチニルーピリジンー2ーイルアミン(28mg、0. 24mmol)とトリエチルアミン(200 μ L、1. 4mmol)を加え、55℃で2. 5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1)にて精製し、標記化合物(27mg、34%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.13(2H,s), 5.41(2H,brs), 6.28(1H,s), 6.70 (1H,dd,J=4.9,7.7Hz), 7.27(1H,d,J=7.7Hz), 7.33-7.37(1H,m), 7.40-7.46(3H,m), 7.50(2H,d,J=6.8Hz), 7.56-7.59(2H,m), 7.70(1H,dd,J=1.8,7.7Hz), 8.13(1H,dd,J=1.7,4.9Hz).

出発物質ビフェニルー3ーイルーアセトヒドロキシモイル クロリドは、以下の方法で合成した。

[1069] [製造例85-1-1]3-フェニルーベンズアルデヒド

[1070] [化406]

3ーブロモビフェニル (0. 50mL、3. 0mmol) とテトラヒドロフラン (8mL) の混合物に、窒素雰囲気下、-78℃でnーブチルリチウム (2. 6mL、1. 5M n-ヘキサン溶液、3. 9mmol) を加え、同温で20分間攪拌した。同温で、反応混合物にN,Nージメチルホルムアミド (0. 35mL、4. 5mmol) を加え、徐々に0℃まで昇温した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=6:1)にて精製し、標記化合物 (430mg、79%) を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):7.38-7.42(1H,m), 7.46-7.50(2H,m), 7.60 -7.64(3H,m), 7.86(2H,dd,J=1.7,7.9Hz), 8.11(1H,t,J=1.8Hz), 10.09(1H,s).

[1071] 「製造例85-1-2]3-(2-ニトローエチル)ービフェニル

[1072] [化407]

製造例85-1-1に記載の3-フェニルーベンズアルデヒド(430mg、2.4mmol)と酢酸(7mL)の混合物にニトロメタン(0.95mL、18mmol)と酢酸アンモニウム(540mg、7.1mmol)を加え、100℃で2.5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣に、ジメチルスルホキシド(9.3mL)および酢酸(0.62mL)の混合物を加え、反応混合物に、

適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(140mg、3.8mmol)を加えた。反応混合物を同温で10分間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリ

カゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=5:1)にて精製し、標記化合物 (380 mg、71%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.39(2H,t,J=7.4Hz), 4.64-4.68(2H,m), 7.1 8-7.20(1H,m), 7.34-7.52(6H,m), 7.55-7.57(2H,m).

[1073] [製造例85-1-3]ビフェニル-3-イルーアセトヒドロキシモイル クロリド

[1074] [4/408]

製造例85-1-2に記載の3-(2-ニトローエチル)ービフェニル(380mg、1.7 mmol)とメタノール(6mL)の混合物に、室温でリチウムメトキシド(130mg、3.4mm ol)を加え、室温で5分間攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去した。得られた残渣に、室温で塩化メチレン(7mL)とテトラヒドロフラン(3.5mL)の混合物を加え、反応混合物に-78℃でチタニウム(IV)クロリド(410 μ L、3.7mmol)を加え、0℃で60分間攪拌した。反応混合物を0℃に冷却後、同温で水を加え、次いで、室温で酢酸エチルを加え、抽出した。有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、および飽和食塩水で順次洗浄し、有機層を硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(420mg)を粗体として得た。この化合物はさらに精製することなく次の反応に用いた。

[1075] [実施例86]3-(3-(4-フェノキシメチル―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1076] [化409]

製造例86-1-5に記載の(4-フェノキシメチル―フェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.545mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(41mg、0.348mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(104 μ L、0.747mmol)を加え、50℃で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1~2:1)で精製し、標記化合物(39mg、20%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.07(2H,s), 5.05(2H,s), 5.39(2H,brs), 6.25 (1H,s), 6.70-6.73(1H,m), 6.95-6.98(3H,m), 7.29-7.32(4H,m), 7.41-7.43(2H,m), 7.69-7.72(1H,m), 8.13-8.15(1H,m).

出発物質(4-フェノキシメチル―フェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[1077] [製造例86-1-1]1-ブロモ-4-フェノキシメチル-ベンゼン

[1078] [化410]

4ーブロモベンジル ブロマイド(5g、20mmol)とフェノール(2.26g、24mmol)の N, Nージメチルホルムアミド溶液(50mL)に、炭酸カリウム(8.29g、60mmol)を加えた。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHーシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標記化合物(4.69g、89%)を得た。 1 HーNMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):5.02(2H,s), 6.94-6.99(3H,m), 7.27-7.33(

[1079] [製造例86-1-2]4-フェノキシメチル―ベンズアルデヒド

[1080] [{k411]

4H,m), 7.49-7.52(2H,m).

製造例86-1-1に記載の1-ブロモ—4-フェノキシメチル—ベンゼン(4.69g、17.8mmol)のテトラヒドロフラン溶液(50mL)に、-78℃でn-ブチルリチウム(16.8mL、1.59M ヘキサン溶液、26.7mmol)を滴下した。-78℃で40分間撹拌した後、その混合物にN-ホルミルモリフォリン(2.25g、19.6mmol)を加え、さらにその温度で30分間撹拌した。その混合物をジエチルエーテルと水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(3.8g)を得た。この化合物は精製することなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):5.16(2H,s), 6.96-6.99(3H,m), 7.29-7.33(2H,m), 7.60-7.62(2H,m), 7.90-7.92(2H,m), 10.0(1H,s).

[1081] [製造例86-1-3]1-((E)-2-ニトロ―ビニル)-4-フェノキシメチルーベンゼ ン

[1082] [化412]

製造例86-1-2に記載の4-フェノキシメチル―ベンズアルデヒド(3.8g、17.8 mmol)、ニトロメタン(4.79mL、89mmol)、酢酸アンモニウム(2.74g、35.6mmol)そして酢酸(38mL)の混合物を100℃で3時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈した。その有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(4.1g)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.13(2H,s), 6.96-7.01(4H,m), 7.29-7.33(2H,m), 7.52-7.62(4H,m), 8.00-8.03(1H,m).

[1083] [製造例86-1-4]1-(2-ニトローエチル)-4-フェノキシメチルーベンゼン

[1084] [化413]

製造例86-1-3に記載の1-((E)-2-ニトロービニル)-4-フェノキシメチル

一ベンゼン(4.1g、16.2mmol)の酢酸(4.1mL)とジメチルスルホキシド(70mL)の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(981mg、25.9mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で1時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標記化合物(2.11g、51%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm): 3.21-3.24(2H,m), 4.83-4.87(2H,m), 5.06(2H,s), 6.91-6.95(1H,m), 6.98-7.01(2H,m), 7.27-7.31(4H,m), 7.38-7.40(2H,m).

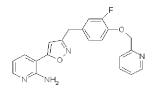
[1085] [製造例86-1-5](4-フェノキシメチル―フェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド

[1086] [化414]

製造例86-1-4に記載の1-(2-ニトローエチル)-4-フェノキシメチルーベンゼン(1g、3.89mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(295mg、7.78mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(16mL)とテトラヒドロフラン(8mL)で希釈した。-78℃に冷却した後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(940μL、8.56mmol)を滴下した。その混合物を室温で1.5時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(1g)を得た。この化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[1087] [実施例87]3-(3-(3-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1088] [化415]



窒素雰囲気下、製造例87-1-3に記載の2-(2-フルオロ-4-(2-ニトロー エチル) -フェノキシ) ピリジン (500mg、1.81mmol) のメタノール (20.0mL) 溶液 に、室温でリチウムメトキシド(137mg、3.61mmol)を加え、室温で30分間攪拌した 。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(15. 0mL)と無水テト ラヒドロフラン(7.00mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応 混合物にチタニウム(IV)クロリド(656 μ L、5. 97mmol)を滴下し、その後室温で30 分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に重曹水、酢酸エチルを加え、セライトを 用いてろ過した。ろ液の有機層を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化 ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を 減圧下濃縮し粗生成物(300mg)を得た。この粗生成物(150mg)、製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(30.0mg、0.254mmol)のテト ラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(106 μ L、0.762mmol) を加え、50℃で30分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出 した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶 媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:へ プタン=1:1)で精製し、さらに、混合物を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセト ニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化 合物(6.9mg, 4.49%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 377.15(MH^{+})$

出発物質2-(2-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)-フェノキシ)ピリジンは以下 の方法で合成した。

[1089] [製造例87-1-1]3-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンズアルデヒド

[1090] [化416]

窒素雰囲気下、2-(ヒドロキシメチル)-ピリジン(3.00g、27.5mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(40.0mL)溶液に、<math>0Cで水素化ナトリウム(1.00g、25.0mmol、60% in oil)を加え、室温で20分間攪拌した。その後、0Cで3, $4-ジフルオロベンズアルデヒド(4.69g、33.0mmol)を加え、室温で20分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=<math>1:1\rightarrow 2:1$)で精製し、標記化合物(2.90g、45.6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.36(2H,s), 7.15(1H,t,J=8.0Hz), 7.26-7.2 9(1H,m), 7.55-7.67(3H,m), 7.74-7.78(1H,m), 8.61-8.63(1H,m), 9.86-9.87(1 H,m).

[1091] [製造例87-1-2]2-(2-フルオロ-4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシメチル)-ピリジン

[1092] [化417]

窒素雰囲気下、製造例87-1-1に記載の3-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルメトキシ)ーベンズアルデヒド(2.80g、12.1mmol)の酢酸(25.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(3.69g、60.5mmol)、酢酸アンモニウム(1.87g、24.2mmol)を加え、110℃で2時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(3.00g)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):5.35(2H,s), 7.34-7.40(2H,s), 7.54-6.84(1H,d,J=8.0Hz), 7.67(1H,d,J=8.0Hz), 7.85-7.92(2H,m), 8.09(1H,d,J=13.4Hz), 8.19(1H,d,J=13.4Hz), 8.60(1H,d,J=4.0Hz).

[1093] [製造例87-1-3]2-(2-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)ピリジン

[1094] [化418]

窒素雰囲気下、製造例87-1-2に記載の2-(2-フルオロ-4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシメチル)ーピリジン(3.00g、10.9mmol)、酢酸(3.00mL)のジメチルスルホキシド(30.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(660mg、17.4mmol)を加え、室温で20分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をテトラヒドロフランー酢酸エチルーへプタン系で結晶化させて、ろ取し標記化合物(1.50g、49.8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.18(2H,t,J=6.8Hz), 4.84(2H,t,J=6.8Hz), 5.50(2H,s), 7.06-7.08(2H,m), 7.28-7.31(1H,m), 7.65-7.69(1H,m), 7.88(1 H,d,J=8.0Hz), 8.23-8.27(1H,m), 8.76(1H,J=5.6Hz).

[1095] [実施例88]3-(3-(4-(チアゾール—2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾ ール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1096] [化419]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-T)-1) ピリジン-3-4ル) ーイソキサゾール-3-4ルメチル) ーフェノール(50.0mg、0.19mmol)にテトラヒドロフラン(3m L)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(37.3 μ L、0.19mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。その固体とN,Nージメチルホルムアミド(2mL)の懸濁液に、製造例88-1-2に記載の2-2ロロメチル

ーチアゾール(29.8mg、0.22mmoml)のN, Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間攪拌した。この混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標記化合物(53.0mg、78%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.42(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.68-6.71(1H,m), 6.79(1H,s), 7.03(2H,d,J=8.8Hz), 7.27(2H,d,J=8.8Hz), 7.77(1H,d,J=3.2Hz), 7.83(1H,d,J=3.2Hz), 7.85-7.88(1H,m), 8.08(1H,dd,J=2.0,4.8Hz)

出発物質2-クロロメチルーチアゾールは以下の方法で合成した。

[1097] [製造例88-1-1] チアゾール-2-イルーメタノール

[1098] [化420]

2ーホルミルチアゾール(300mg、2.65mmol)とメタノール(30mL)の混合物に、0℃にて、水素化ホウ素ナトリウム(201.0mg、5.30mmol)を加え、室温にて1時間 攪拌した。この反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジエチルエーテル)で 精製し、標記化合物(251.2mg、82%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):4.74(2H,d,J=6.0Hz), 6.04(1H,t,J=6.0Hz), 7.63-7.65(1H,m), 7.73-7.75(1H,m).

[1099] [製造例88-1-2] 2-クロロメチルーチアゾール

[1100] [化421]

$$\text{CI}_{N}^{S}$$

製造例88-1-1に記載のチアゾール-2-イルーメタノール(251mg、2.18m

mol) とジクロロメタン (10mL) との混合物に、室温にて、塩化チオニル (191 μ L、2. 62mmol) を加え30分攪拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物 (220.5mg、76%) を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.11(2H,s), 7.81-7.83(2H,m).

[1101] [実施例89]3-(3-(6-(3,4-ジフルオロ―ベンジルオキシ)-ピリジン―3-イルメチル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1102] [化422]

製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジン-2-4ルアミン (40mg、0.34m mol)と製造例89-1-1に記載の (6-(3,4-ジフルオローベンジルオキシ)ーピリジン-3-4ル) -アセトヒドロキシモイル クロリド (210mg、0.68mmol)を用いて実施例3と同様の手法により標記化合物 (23mg、17%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.01(2H,s), 5.32(2H,s), 6.27(2H,brs), 6.70(1H,ddd,J=2.0,4.8,8.0Hz), 6.83(1H,d,J=2.0Hz), 6.88(1H,d,J=8.8Hz), 7.28-7 .34(1H,m), 7.39-7.48(1H,m), 7.49-7.56(1H,m), 7.68-7.73(1H,m), 7.85-7.89 (1H,m), 8.08-8.12(1H,m), 8.17(1H,s).

出発原料の(6-(3, 4-ジフルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1103] [製造例89-1-1](6-(3,4-ジフルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[1104] [化423]

3, 4-ジフルオローベンジルアルコールを用い、製造例12-1-1から製造例12-1-5と同様の手法により標記化合物(810mg)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.80(2H,s), 5.32(2H,s), 6.89(1H,d,J=8.0Hz), 7.29-7.34(1H,m), 7.40-7.49(1H,m), 7.50-7.57(1H,m), 7.62(1H,d,J=8.0Hz), 8.08(1H,s), 11.76(1H,s).

[1105] [実施例90]3-(3-(6-(2,4-ジフルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1106] [化424]

製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジン-2-4ルアミン (40mg、0.34m mol)と製造例90-1-1に記載の (6-(2,4-ジフルオローベンジルオキシ)ーピリジン-3-4ル) -アセトヒドロキシモイル クロリド (210mg、0.68mmol)を用いて実施例3と同様の手法により標記化合物 (45mg、34%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.01(2H,s), 5.34(2H,s), 6.27(2H,brs), 6.70(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 6.84(1H,s), 6.85(1H,d,J=8.0Hz), 7.08-7.14(1H,m), 7.26-7.33(1H,m), 7.57-7.64(1H,m), 7.69(1H,dd,J=2.4,8.0Hz), 7.87(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.09(1H,dd,J=2.0,4.8Hz), 8.18(1H,d,J=2.4Hz).

出発原料の(6-(2,4-ジフルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1107] [製造例90-1-1](6-(2,4-ジフルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[1108] [化425]

2, 4-ジフルオローベンジルアルコールを用い、製造例12-1-1から製造例12

-1-5と同様の手法により標記化合物(600mg)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.80(2H,s), 5.34(2H,s), 6.86(1H,d,J=8.0Hz), 7.08-7.14(1H,m), 7.26-7.33(1H,m), 7.58(2H,m), 8.09(1H,s), 11.75(1H,s).

[1109] [実施例91]3-(3-(5-(4-フルオロ—フェノキシ)-チオフェン—2-イルメチル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1110] [化426]

製造例91-1-4に記載の(5-(4-フルオローフェノキシ)ーチオフェン-2-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(250mg、0.875mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(50.0mg、0.423mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(177 μ L、1.27mmol)を加え、60℃で30分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:2→1:1)で精製し、標記化合物(11.2mg、7.21%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):4.17(2H,s), 6.28(2H,brs), 6.53(1H,d,J=4.0Hz), 6.69-6.73(1H,m), 6.78(1H,d,J=4.0Hz), 6.88(1H,s), 7.13-7.17(2H,m), 7.20-7.25(2H,m), 7.88-7.91(1H,m), 8.09-8.11(1H,m).

出発物質(5-(4-フルオローフェノキシ)ーチオフェン-2-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1111] [製造例91-1-1]5-(4-フルオローフェノキシ) - チオフェン-2-カルボニトリル

[1112] [化427]

窒素雰囲気下、5-ニトロ-2-チオフェンカルボニトリル (5.00g、32.4mmol) のジメチルスルホキシド (100mL) 溶液に、4-フルオロフェノール (5.45g、48.6mmol)、炭酸カリウム (11.2g、81.0mmol)を加え、60 で 16時間攪拌した。反応溶液を室温に戻し、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル: ヘプタン= $1:10\rightarrow1:5$) で精製し、標記化合物 (6.10g、85.9%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):6.40(1H,d,J=4.4Hz), 7.07-7.16(4H,m), 7.36(1H,d,J=4.4Hz).

[1113] [製造例91-1-2]5-(4-フルオローフェノキシ) - チオフェン-2-カルバルデヒド

[1114] [化428]

窒素雰囲気下、製造例91-1-1に記載の5-(4-フルオローフェノキシ)ーチオフェン-2-カルボニトリル(6.10g、27.8mmol)のテトラヒドロフラン(150mL)溶液に、ドライアイスーエタノールバス下(-78°C)で水素化ジイソブチルアルミニウム(0.97M n-ヘキサン溶液、43.0mL、41.7mmol)を滴下し、その後、室温で2時間攪拌した。反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(3.4g、55.0%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):6.48-6.49(1H,m), 7.08-7.12(2H,m), 7.16-7.19(2H,m), 7.52-7.54(1H,m), 9.71(1H,s).

[1115] [製造例91-1-3]2-(4-フルオローフェノキシ)-5-(2-ニトローエチル)-チ オフェン

[1116] [化429]

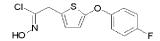
窒素雰囲気下、製造例91-1-2に記載の5-(4-フルオローフェノキシ)ーチオ

フェンー2ーカルバルデヒド(2.60g、11.7mmol)の酢酸(20.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(3.57g、58.5mmol)、酢酸アンモニウム(1.80g、23.4mmol)を加え、110℃で4時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物として(3.00g)を得た。この粗生成物(3.00g)、酢酸(3.00mL)のジメチルスルホキシド(30.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(684mg、18.1mmol)を加え、室温で20分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(1.38g、45.7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm): 3.34(2H,t,J=6.8Hz), 4.82(2H,t,J=6.4Hz), 6.50(1H,d,J=3.6Hz), 6.69-6.71(1H,m), 7.12-7.16(2H,m), 7.21-7.26(2H,m).

[1117] [製造例91-1-4](5-(4-フルオローフェノキシ)-チオフェン-2-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[1118] [化430]



窒素雰囲気下、製造例91-1-3に記載の2-(4-フルオローフェノキシ)-5-(2-ニトローエチル)ーチオフェン(500mg、1.87mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(142mg、3.74mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(10.0ml)と無水テトラヒドロフラン(5.00mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(514 μ L、4.68mmol)を滴下し、その後室温で30分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮する

ことにより、標記化合物(500mg、93.6%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.95(2H,s), 6.52(1H,d,J=4.0Hz), 6.76(1H,d,J=4.0Hz), 7.14-7.26(4H,m), 11.82(1H,s).

[1119] [実施例92]3-(3-(5-(4-メチル―ベンジル)-チオフェン―2-イルメチル) -イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1120] [化431]

製造例92-1-5に記載の $(5-(4-)3\pi)-5-3\pi$ ル) $-5-3\pi$ アセトヒドロキシモイル クロリド $(250\,\mathrm{mg},\,0.894\,\mathrm{mmol})$ と製造例1-2-3に記載の3-x チニルーピリジン-2-4 ルアミン $(50.0\,\mathrm{mg},\,0.423\,\mathrm{mmol})$ のテトラヒドロフラン $(5.00\,\mathrm{mL})$ 溶液に、室温でトリエチルアミン $(177\,\mu\,\mathrm{L},\,1.27\,\mathrm{mmol})$ を加え、 $60\,\mathrm{C}$ で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (13π) 0で精製し、標記化合物 $(27.7\,\mathrm{mg},\,18.1\%)$ を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.26(3H,s), 4.02(2H,s), 4.15(2H,s), 6.26(2H,brs), 6.68-6.72(2H,m), 6.80-6.81(1H,m), 6.84(1H,s), 7.08-7.14(4H,m), 7.88(1H,dd,J=2.0,7.6Hz), 8.09(1H,dd,J=2.0,4.8Hz).

出発物質(5-(4-メチル-ベンジル)-5-チオフェン-2-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1121] [製造例92-1-1](5-ブロモーチオフェン-2-イル)-p-トリルーメタノール

[1122] [化432]

窒素雰囲気下、2, 5-iジブロモチオフェン(5.00g、19.6mmol)の無水テトラヒドロフラン(70.0mL)溶液に、ドライアイスーエタノールバス下(-78°C)でn-iブチルリチウム(2.55M n- へキサン溶液、7.69mL、19.6mmol)を滴下し、-78°Cで20分間攪拌した。その後、p-トルアルデヒド(2.35g、19.6mmol)を滴下し、-78°Cで10分間攪拌した。反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: ヘプタン=1:5→1:1)で精製し、標記化合物(4.30g、77.5%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.34(3H,s), 2.62(1H,brs), 5.84(1H,d,J=4.0 Hz), 6.56-6.57(1H,m), 6.84(1H,d,J=4.0Hz), 7.15-7.17(2H,m), 7.25-7.27(2H,m).

[1123] [製造例92-1-2]5-(4-メチルーベンジル)-チオフェン-2-カルバルデヒド [1124] [化433]

窒素雰囲気下、ヨウ化ナトリウム(11.4g、76.0mmol)のアセトニトリル(50.0mL)溶液に、室温でクロロトリメチルシラン(9.65mL、76.0mmol)を滴下し、室温で1.5時間攪拌した。反応溶液を-30℃に冷却し、製造例92-1-1に記載の(5-ブロモーチオフェン-2-イル)ーpートリルーメタノール(4.30g、15.2mmol)のアセトニトリル(10.0mL)溶液を滴下し、室温で1.5時間攪拌した。反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:10)で精製し、混合物として(4.30g)を得た。この混合物(2.30g)のテトラヒドロフラン(40.0mL)溶液に、ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)でnーブチルリチウム(1.57Mnーへキサン溶液、6.03mL、9.47mmol)を滴下し、一78℃で10分間攪拌した。その後、-78℃でN、Nージメチルホルムアミド(864μL、11.2mmol)を滴下し、-78℃で5分間攪拌した。反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラ

ムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:10)で精製し、標記化合物(1.05g、56.4%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.33(3H,s), 4.14(2H,s), 6.89(1H,d,J=3.6Hz), 7.13(4H,s), 7.59(1H,d,J=3.6Hz), 9.79(1H,s).

- [1125] [製造例92-1-3]2-(4-メチルーベンジル)-5-((E)-2-ニトロービニル)-チオフェン
- [1126] [化434]

窒素雰囲気下、製造例91-1-2に記載の5-(4-メチルーベンジル)ーチオフェン-2-カルバルデヒド(1.05g、4.85mmol)の酢酸(10.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(1.48g、24.3mmol)、酢酸アンモニウム(748mg、9.70mmol)を加え、110℃で4時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し標記化合物(1.20g)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.27(3H,s), 4.16(2H,s), 7.04(1H,d,J=3 .6Hz), 7.14-7.18(4H,m), 7.66(1H,d,J=3.6Hz), 7.83(1H,d,J=13.2Hz), 8.27(1H,d,J=13.2Hz).

- [1127] [製造例92-1-4]2-(4-メチルーベンジル)-5-(2-ニトローエチル)-チオフェン
- [1128] [化435]

窒素雰囲気下、製造例92-1-3に記載の2-(4-メチルーベンジル)-5-((E)-2-ニトロービニル)-チオフェン(1.20g、4.63mmol)、酢酸(1.20mL)のジメチルスルホキシド(20.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(280mg、7.41mmol)を加え、室温で20分間攪拌した。その後、適宜冷却しな

がら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽 和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。その ろ液を減圧下濃縮し、残渣をテトラヒドロフラン一酢酸エチルーへプタン系で結晶化 させて、ろ取し標記化合物(525mg、43.4%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):2.26(3H,s), 3.33(2H,t,J=6.4Hz), 4.01(2H,s), 4.78(2H,t,J=6.4Hz), 6.68-6.69(1H,m), 6.72-6.73(1H,m), 7.11(4H,s).

[1129] [製造例92-1-5](5-(4-メチル-ベンジル)-チオフェン-2-イル)-アセトヒ ドロキシモイル クロリド

[1130] [化436]

窒素雰囲気下、製造例92-1-4に記載の2-(4-メチルーベンジル)-5-(2 -ニトローエチル)ーチオフェン(525mg、2.01mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(153mg、4.02mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(20.0mL)と無水テトラヒドロフラン(10.0ml)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78°C)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(582 μ L、5.30mmol)を滴下し、その後室温で30分間攪拌した。氷冷下(0°C)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(520mg、92.5%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.26(3H,s), 3.93(2H,s), 4.02(2H,s), 6.71(1H,d,J=3.2Hz), 6.78(1H,d,J=3.2Hz), 7.09-7.15(4H,m), 11.76(1H,s).

[1131] [実施例93]3-(3-(4-(2-ピリジン-2-イル-エチル)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1132] [化437]

窒素雰囲気下、製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン (39mg、0.33mmol)の無水テトラヒドロフラン(5mL)溶液に、室温で製造例93-1-8に記載の(4-(2-ピリジン-2-イルーエチル)フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド 塩酸塩(310mg、1.0mmol)を加えた。その後、トリエチルアミン(0.42mL、3.0mmol)を滴下し、60℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=3:7ついで4:6)で精製し、得られた粗生成物をさらにシリカゲル薄層クロマトグラフィー(酢酸エチル)で再精製し標記化合物(21.2mg、18%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.00-3.16(4H,m), 4.02(2H,s), 5.42(2H,brs), 6.25(1H,s), 6.71(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 7.10-7.25(6H,m), 7.55-7.60(1H,m), 7.70 (1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.13(1H,dd,J=2.0,4.8Hz), 8.56(1H,m).

出発物質(4-(2-ピリジン-2-イル-エチル)フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド 塩酸塩は以下の方法で合成した。

「1133] 「製造例93-1-1]ジエチル 4-メトキシカルボニルベンジルホスホネート

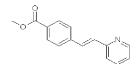
[1134] [化438]

メチル 4-(ブロモメチル)ベンゾエート(50g、218mmol)とトリエチルホスファイト (43. 5g、262mmol)を混合し、100℃で30分間撹拌し、さらに120℃で30分間攪拌した。反応液を減圧下(165-175℃、1mmHg)で蒸留し、標的化合物(58. 6g、94%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.24(6H,t,J=7.2Hz), 3.20(2H,d,J=22Hz), 3.91(3H,s), 3.98-4.18(4H,m), 7.38(2H,dd,J=2.4,8.4Hz),7.99(2H,J=8.4Hz).

[1135] 「製造例93-1-2]メチル 4-(2-ピリジン-2-イル-エチレニル)ベンゾエート

[1136] [化439]



窒素雰囲気下、水素化ナトリウム(0.97g、24.2mmol、60% in oil)を無水テトラヒドロフラン(20mL)に懸濁し室温にて製造例93-1-1に記載のジエチル 4-メトキシカルボニルベンジルホスホネート(6.96g、24.2mmol)を加え、さらにメタノール(0.5mL)を加えた後室温で30分間攪拌した。その後、室温で2-ピリジンカルボキシアルデヒド(2g、18.7mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を氷冷下(0℃)で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:9)で精製し、標記化合物(3.71g、83%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.93(3H,s), 7.19(1H,dd,J=4.8,7.6Hz), 7.27(1H,d,J=16Hz), 7.41(1H,d,J=7.6Hz), 7.63(2H,d,J=8.8Hz), 7.66(1H,d,J=16Hz), 7.69(1H,t,J=8.0Hz), 8.05 (2H,d,J=8.8Hz), 8.63(1H,d,J=4.8Hz).

[1137] [製造例93-1-3]メチル 4-(2-ピリジン-2-イルーエチル)ベンゾエート

[1138] [化440]

製造例93-1-2に記載のメチル 4-(2-ピリジル-2-イルーエチレニル)ベン ゾエート(3.71g、15.5mmol)の無水テトラヒドロフラン(25mL)溶液に、10%パラ ジウムー炭素(50%含水物、1g)を加え水素雰囲気下室温にて2時間攪拌した。反 応液をろ過し、ろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(3.71g、99%)を得た

¹H—NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.11(4H,m), 3.90(3H,s), 7.04(1H,d,J=7.6H z), 7.12(1H,dd,J=6.0,7.6Hz), 7.24(2H,d,J=8.4Hz), 7.55(1H,t,J=7.6Hz), 7.94(2H,d,J=8.4Hz), 8.56(1H,d,J=6.0Hz).

[1139] [製造例93-1-4]4-(2-ピリジン-2-イルーエチル)ベンジルアルコール

[1140] [化441]

窒素雰囲気下、製造例93-1-3に記載のメチル 4-(2-ピリジン-2-イルーエチル)ベンゾエート(3.71g、15.4mmol)の無水テトラヒドロフラン(50mL)溶液に、ドライアイス-エタノールバス(-78℃)で冷却下、水素化ジイソブチルアルミニウム(0.97Mトルエン溶液、39.7mL、38.5mmol)を加えた。30分攪拌したのち反応液に15%酒石酸カリウムナトリウム水溶液(100mL)を加え、室温にて30分攪拌した。酢酸エチル(100mL)を加えた後、有機層と水層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(3.16g、96%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):1.79(1H,brs), 3.07(4H,m), 4.66(2H,s), 7.0 7(1H,d,J=7.6Hz), 7.12(1H,dd,J=6.0,7.6Hz), 7.19(2H,d,J=8.0Hz), 7.28(2H,d,J=8.0Hz), 7.57(1H,t,J=7.6Hz), 8.56(1H,d,J=6.0Hz).

[1141] [製造例93-1-5]4-(2-ピリジン-2-イルーエチル)ベンズアルデヒド

[1142] [化442]

製造例93-1-4に記載の4-(2-ピリジン-2-イルーエチル)ベンジルアルコール(3.16g、14.8mmol)の酢酸エチル(100mL)溶液に、活性二酸化マンガン(45g、518mmol)を加え室温にて4時間攪拌した。反応液をセライトを通して吸引ろ過し、酢酸エチル(100mL)で洗浄した。ろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(2.57g、82%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.10-3.20(4H,m), 7.07(1H,d,J=7.6Hz), 7. 12(1H,dd,J=6.0,7.6Hz), 7.34(2H,d,J=8.0Hz), 7.57(1H,t,J=7.6Hz), 7.79(2H,d,J=8.

PCT/JP2006/321678

0Hz), 8.56(1H,d,J=6.0Hz), 9.97(1H,s).

[1143] [製造例93-1-6]4-(2-ピリジン-2-イル-エチル)-((E)-2-ニトロービニル)-ベンゼン

318

[1144] [化443]

窒素雰囲気下、製造例93-1-5に記載の4-(2-ピリジン-2-イルーエチル) ベンズアルデヒド(2.57g、12.2mmol)の酢酸(30mL)溶液に、室温でニトロメタン (7.45g、122mmol)、酢酸アンモニウム(1.88g、24.4mmol)を加え、120℃で3時間攪拌した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(2.83g、91%)を粗体として得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.10-3.20(4H,m), 7.07(1H,d,J=7.6Hz), 7. 12(1H,dd,J=6.0,7.6Hz), 7.26(2H,d,J=8.0Hz), 7.45(2H,d,J=8.0Hz), 7.56(1H,d,J=13.6Hz), 7.57(1H,t,J=7.6Hz), 7.98(1H,d,J=13.6Hz), 8.56(1H,d,J=6.0Hz).

[1145] [製造例93-1-7]4-(2-ピリジン-2-イル-エチル)-(2-ニトロ-エチル) -ベンゼン

[1146] [化444]

窒素雰囲気下、製造例93-1-6に記載の4-(2-ピリジン-2-イルーエチル) -((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(2.83g、11.1mmol)、酢酸(3mL)のテトラヒドロフランージメチルスルホキシド(1:1)混合溶液(100mL)に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(630mg、16.7mmol)を加え、室温で15分間攪拌した。適宜冷却しながら室温で、その反応溶液に水を滴下した。反応混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラ

PCT/JP2006/321678

ムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:9ついで2:8)で精製し、標記化合物(2.11g、74%)を得た。

319

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.07(2H,t,J=7.6Hz), 3.29(2H,t,J=7.2Hz), 3 .47(2H,t,J=7.6Hz), 4.60(2H,t,J=7.2Hz), 7.13(2H,d,J=8.0Hz), 7.19(1H,d,J=7.6Hz), 7.30(1H,dd,J=6.0,7.6Hz), 7.78(1H,t,J=7.6Hz), 8.78(1H,d,J=7.6Hz).

[1147] [製造例93-1-8](4-(2-ピリジン-2-イルーエチル)フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド塩酸塩

[1148] [化445]

窒素雰囲気下、製造例93-1-7に記載の4-(2-ピリジン-2-イルーエチル) -(2-ニトローエチル) -ベンゼン(1g、3.9mmol)のメタノール(30mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(296mg、7.8mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣に無水塩化メチレン(20mL)と無水テトラヒドロフラン(10mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス(-78℃)で冷却下、反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(1Mジクロロメタン溶液、12.5mL、12.5mmol)を滴下し、0℃で30分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル加えた後10%炭酸水素ナトリウム水溶液を加え中和した。沈殿物を含む反応液をセライトを通して吸引ろ過し酢酸エチルで洗浄した。ろ液から有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後無水硫酸マグネシウムをろ過した。ろ液に4N塩酸ー酢酸エチル溶液(4mL)を加えた後その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(324mg、100%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.08(2H,t,J=7.6Hz), 3.32(2H,t,J=7.6Hz), 3.78(2H,s), 7.12-7.26(4H,m), 7.80-7.94(2H,m), 8.43(1H,m), 8.80(1H,m).

[1149] [実施例94]3-(3-(3-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ)ーベンジル)ーイソキサゾール-5-イル)ーピリジン-2-イルアミン

[1150] [化446]

製造例94-1-3に記載の(3-フルオロー4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ) -フェニル) -アセトヒドロキシモイル クロリド(170mg、0.554mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(40.0mg、0.339mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(142 μ L、1.02mmol)を加え、室温で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3→1:2)で精製し、標記化合物(18.0mg、13.5%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) 6 (ppm):3.98(2H,s), 5.23(2H,s), 6.27(2H,brs), 6.70(1H,dd,J=0.8,8.0Hz), 6.82(1H,s), 7.07(1H,d,J=8.0Hz), 7.18-7.26(2H,m), 7.61(1H,dd,J=0.8,8.4Hz), 7.76-7.81(1H,m), 7.86-7.88(1H,m), 8.09(1H,dd,J=1.6,4.8Hz), 8.58-8.59(1H,m).

出発物質(3-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1151] [製造例94-1-1]3-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ) - ベンズアルデヒド

[1152] [化447]

窒素雰囲気下、製造例41-1-1記載の(5-フルオローピリジン-2-イル)ーメタノール(760mg、5.98mmol)、N, N-ジメチルホルムアミド(20.0mL)溶液に、0℃で水素化ナトリウム(239mg、5.98mmol、60% in oil)を加え、室温で10分間攪拌した。その後、室温で3,4-ジフルオロベンズアルデヒド(935mg、6.58mm

ol)を加え、室温で30分攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(629 mg、42.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):5.33(2H,s), 7.15(1H,t,J=8.0Hz), 7.45-7.5 0(1H,m), 7.57-7.66(3H,m), 8.47(1H,d,J=3.2Hz), 9.87(1H,d,J=2.0Hz).

[1153] 「製造例94-1-2]5-フルオロ-2-(2-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)-ピリジン

[1154] [化448]

窒素雰囲気下、製造例94-1-1に記載の3-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ) -ベンズアルデヒド(629mg、2.52mmol)の酢酸(8.00m L)溶液に、室温でニトロメタン(769mg、12.6mmol)、酢酸アンモニウム(388mg、5.04mmol)を加え、100℃で6時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物として(736mg)を得た。この粗生成物(736mg)、酢酸(700μL)のジメチルスルホキシド(10.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(153mg、4.03mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5)で精製し、標記化合物(341mg、46.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.16(2H,t,J=6.8Hz), 4.83(2H,t,J=6.8Hz), 5.22(2H,s), 7.01-7.03(1H,m), 7.16-7.24(2H,m), 7.59-7.63(1H,m), 7.77-7.82(1H,m), 8.59(1H,d,J=2.8Hz).

PCT/JP2006/321678

[1155] [製造例94-1-3](3-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ) -フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[1156] [化449]

窒素雰囲気下、製造例94-1-2に記載の5-フルオロ-2-(2-フルオロ-4-(2-ニトローエチル) ーフェノキシメチル) ーピリジン(341mg、1.16mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(88.1mg、2.32mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(20.0mL)と無水テトラヒドロフラン(10.0mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(408 μ L、3.71mmol)を滴下し、室温で60分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(340mg、93.7%)を粗体として得た。

1H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):3.77(2H,s), 5.24(2H,s), 7.01-7.02(1H,m), 7.12-7.16(1H,m), 7.20-7.24(1H,m), 7.60-7.63(1H,m), 7.77-7.82(1H,m), 8.59(1H,d,J=2.8Hz), 11.74(1H,s).

[1157] [実施例95]3-(3-(2-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1158] [化450]

窒素雰囲気下、製造例95-1-3に記載の2-(3-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)ーピリジン(400mg、1.45mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(110mg、2.90mmol)を加え、室温で30分間 攪拌した。反応混合物を減圧下溶媒留去し、残渣に無水ジクロロメタン(20.0mL)と

無水テトラヒドロフラン(10.0mL)を加えた。ドライアイス-エタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(510 μ L、4.64mmol)を滴下し、室温で60分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物(360mg)を得た。この粗生成物(180mg)と製造例1-2-3に記載の3-エチニル-ピリジン-2-イルアミン(40.0mg、0.339mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(142 μ L、1.02mmol)を加え、60℃で1時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3→1:2)で精製し、標記化合物(25.2mg、19.7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.98(2H,s), 5.18(2H,s), 6.26(2H,brs), 6.68-6.71(1H,m), 6.77(1H,s), 6.86(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 6.95(1H,dd,J=2.4,12.0 Hz), 7.29-7.37(2H,m), 7.51(1H,d,J=8.0Hz),7.82-7.88(2H,m), 8.08-8.09(1H,m), 8.57-8.59(1H,m).

出発物質2-(3-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)ーピリジンは以下の方法で合成した。

- [1159] [製造例95-1-1]2-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルメトキシ) ベンズアルデヒド
- [1160] [化451]

窒素雰囲気下、2-フルオロ-4-ヒドロキシーベンズアルデヒド(1.60g、11.4m mol)、N, N-ジメチルホルムアミド(10.0mL)溶液に、0℃で水素化ナトリウム(54 7mg、13.7mmol、60% in oil)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、室温

で2ーピコリルクロリド(2.80g、17.1mmol)を加え、70℃で1時間攪拌した。反応 溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、そ の溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:へ プタン=1:3)で精製し、標記化合物(1.07g、40.6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):5.27(2H,s), 6.74-6.77(1H,m), 6.87-6.90(1H,m), 7.26-7.29(1H,m), 7.47-7.49(1H,m), 7.73-7.85(2H,m), 8.62-8.64(1H,m), 10.21(1H,s).

- [1161] [製造例95-1-2]2-(3-フルオロ-4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシメチル)-ピリジン
- [1162] [化452]

窒素雰囲気下、製造例95-1-1に記載の2-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルメトキシ)ーベンズアルデヒド(1.07g、4.63mmol)の酢酸(15.0mL)溶液に、室温でニトロメタン(1.41g、23.2mmol)、酢酸アンモニウム(714mg、9.26mmol)を加え、100℃で2時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(1.20g)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.30(2H,s), 7.02-7.05(1H,m), 7.14-7.18(1H,m), 7.36-7.39(1H,m), 7.54(1H,d,J=7.6Hz), 7.85-7.89(1H,m), 7.93(1H,t,J=8.8Hz), 8.06(2H,s), 8.59-8.61(1H,m).

- [1163] [製造例95-1-3]2-(3-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)-ピリジン
- [1164] [化453]

窒素雰囲気下、製造例95-1-2に記載の2-(3-フルオロ-4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシメチル)ーピリジン(1.20g)、酢酸(1.00mL)のジメチルスルホキシド(20.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(249mg、6.57mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、酢酸エチルーへプタン系で結晶化させ、ろ取することで、標記化合物(614mg、50.7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.21(2H,t,J=7.2Hz), 4.79(2H,t,J=7.2Hz), 5.46(2H,s), 6.82(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 6.92(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 7.32(1H,t,J=8.8Hz), 7.66(1H,t,J=6.4Hz), 7.87(1H,d,J=8.0Hz), 8.21-8.25(1H,m), 8.76(1H,d,J=5.6Hz).

[1165] [実施例96]3-(3-(2-フルオロ—4-(5-フルオロ—ピリジン—2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1166] [化454]

製造例96-1-4に記載の(2-7)ルオロー4-(5-7)ルオローピリジンー2ーイルメトキシ)-フェニル)-アセトビドロキシモイル クロリド(170 mg, 0.554 mmol)と製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジンー2-4ルアミン(40.0 mg, 0.339 mmol)のテトラヒドロフラン(5.00 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン $(142 \, \mu \, \text{L}, 1.02 \text{mmol})$ を加え、室温で4時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(1000 mg)0、で精製し、標記化合物(32.0 mg, 23.9%)0を得た。(1000 mg)1・(1000 mg)2・(1000 mg)3・(1000 mg)3・ $(1000 \text{$

Hz), 7.31(1H,t,J=8.8Hz), 7.61(1H,dd,J=4.8,8.8Hz), 7.78(1H,ddd,J=2.8,8.4,17.2Hz), 7.87(1H,dd,J=1.6,7.6Hz), 8.08(1H,dd,J=1.6,7.6Hz), 8.59(1H,d,J=2.8Hz).

出発物質(2-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1167] [製造例96-1-1]2-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ) - ベンズアルデヒド

[1168] [化455]

窒素雰囲気下、2-フルオロー4ーヒドロキシーベンズアルデヒド(1.48g、10.2m mol)、N, N-ジメチルホルムアミド(20.0mL)溶液に、0℃で水素化ナトリウム(41 1mg、10.3mmol、60% in oil)を加え、室温で20分間攪拌した。その後、室温で製造例41-1-2記載の2-クロロメチル-5-フルオローピリジン(1.20g、8.56mmol)を加え、80℃で30分攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:5→1:2)で精製し、標記化合物(901mg、42.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.24(2H,s), 6.73-6.77(1H,m), 6.87-6.89(1H,m), 7.46-7.51(2H,m), 7.84(1H,t,J=8.4Hz), 8.48(1H,d,J=2.8Hz), 10.22(1H,s)

[1169] [製造例96-1-2]5-フルオロ-2-(3-フルオロ-4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシメチル)-ピリジン

[1170] [化456]

窒素雰囲気下、製造例96-1-1に記載の2-フルオロー4-(5-フルオローピリ

ジンー2ーイルメトキシ)ーベンズアルデヒド(901mg、3.62mmol)の酢酸(20.0m L)溶液に、室温でニトロメタン(1.10g、18.1mmol)、酢酸アンモニウム(558mg、7.24mmol)を加え、110℃で2時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(1.00g)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):5.30(2H,s), 7.04(1H,dd,J=2.4,8.8Hz), 7.17(1H,dd,J=2.4,7.2Hz), 7.63-7.66(1H,m), 7.78-7.83(1H,m), 7.93(1H,d,J=8.4 Hz), 8.06(2H,s), 8.61(1H,d,J=2.8Hz).

[1171] [製造例96-1-3]5-フルオロ-2-(3-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)-ピリジン

[1172] [化457]

窒素雰囲気下、製造例96-1-2に記載の5-フルオロ-2-(3-フルオロ-4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシメチル)ーピリジン(1.00g、3.42mmol)、酢酸(1.00mL)のジメチルスルホキシド(20.0mL)ーテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(207mg、5.47mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣を酢酸エチル:ヘプタン系で結晶化させ、ろ取し標記化合物(346mg、34.4%)を得た。

¹H−NMR Spectrum (DMSO−d₆) δ (ppm):3.20(2H,t,J=6.8Hz), 4.79(2H,t,J=6.8Hz), 5.17(2H,s), 6.84(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 6.94(1H,dd,J=2.4,12.0Hz), 7.27(1H,t,J=8.8Hz), 7.61(1H,dd,J=4.4,8.8Hz), 8.78(1H,ddd,J=2.8,8.8,17.6Hz), 8.58−8.59(1H,dd).

PCT/JP2006/321678

[1173] [製造例96-1-4](2-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ) -フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

328

[1174] [化458]

窒素雰囲気下、製造例96-1-3に記載の5-フルオロ-2-(3-フルオロ-4-(2-ニトローエチル) -フェノキシメチル) -ピリジン(346mg、1. 18mmol)のメタノール(20. 0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(89. 6mg、2. 36mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(20. 0mL)と無水テトラヒドロフラン(10. 0mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(584 μ L、5. 30mmol)を滴下し、室温で60分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し標記化合物(300mg、81. 3%)を粗体として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.79(2H,s), 5.19(2H,s), 6.87(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 6.95(1H,dd,J=2.8,12.0Hz), 7.26(1H,t,J=8.8Hz), 7.62(1H,dd,J=4.4,8.8Hz), 7.78(1H,ddd,J=3.2,8.8,13.6Hz), 8.59(1H,dd,J=0.4,2.8Hz), 11.72(1H,s).

[1175] [実施例97]3-(3-(6-フェニルスルファニル―ピリジン―3-イルメチル)-イソ キサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1176] [化459]

製造例97-1-4に記載の(6-フェニルスルファニルーピリジン-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロライド(149mg、0.54mmol)と製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(15mg、0.13mmol)のテトラヒドロフラン(5mL

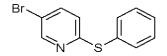
)溶液にトリエチルアミン(80 µ L、0.57mmol)を加え、窒素雰囲気下、50℃で4時間攪拌した。その反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、更にシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、標記化合物(11mg、23%)を得た。

¹H−NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.99 (2H,s), 5.39(2H,s), 6.24(1H,s), 7.72(1H,dd,J=4.8,7.7Hz), 6.87(1H,d,J=8.2Hz), 7.38(1H,dd,J=2.4,8.2Hz), 7.40−7.43(3 H,m), 7.58−7.60(2H,m), 7.70(1H,dd,J=1.8,7.7Hz), 8.15(1H,dd,J=1.8,4.8Hz), 8.40(1H,d,J=2.4Hz).

出発物質(6-フェニルスルファニルーピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは、以下の方法で合成した。

[1177] [製造例97-1-1]5-ブロモ-2-フェニルスルファニルーピリジン

[1178] [化460]



チオフェノール(1.02g、9.28mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(20mL)溶液に水素化ナトリウム(446mg、9.28mmol、50% in oil)を加え、室温で15分間攪拌した。次に、その混合物に2,5ージブロモピリジン(2.00g、8.44mmol)を加え、室温で35分間攪拌し、さらに55℃で45分間攪拌した。その反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)にて精製し、標記化合物(2.24g、定量的)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):6.78(1H,dd,J=0.73,8.4Hz), 7.42-7.45(3H,m), 7.56-7.60(3H,m), 8.47(1H,dd,J=0.73,2.6Hz).

[1179] [製造例97-1-2]6-フェニルスルファニルーピリジン-3-カルバルデヒド

[1180] [化461]

製造例97-1-1に記載の5-ブロモ-2-フェニルスルファニルーピリジン(2.2 4g、8.42mmol)のテトラヒドロフラン(40mL)溶液に、窒素雰囲気下、-78℃で -ブチルリチウム(6.35mL、1.6Mへキサン溶液、10.1mmol)を加え、-78℃で 45分間攪拌した。次に、その反応混合物にN、N-ジメチルホルムアミド(848 μ L、10.9mmol)を加え、室温まで昇温させながら35分間攪拌した。その反応混合物に 室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記 化合物(583mg、32%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):6.94(1H,d,J=8.4Hz), 7.48-7.52(3H,m), 7.6 2-7.65(2H,m), 7.89(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.82(1H,dd,J=0.73,2.2Hz), 9.98(1H,s).

[1181] [製造例97-1-3]5-(2-ニトローエチル)-2-フェニルスルファニルーピリジン [1182] [化462]

製造例97-1-2に記載の6-フェニルスルファニルーピリジン-3-カルバルデヒド(583mg、2.71mmol)の酢酸(10mL)溶液にニトロメタン(734μL、13.6mmol)と酢酸アンモニウム(418mg、5.42mmol)を加え、窒素雰囲気下、100℃で4時間35分攪拌した。その反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣のジメチルスルホキサイド(10mL)と酢酸(1mL)との溶液に水素化ホウ素ナトリウム(205mg、5.42mmol)を加え、室温で55分間攪拌した。反応混合物に、適宜冷却しながら室温で炭酸水素ナトリウムと水を加え

、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水とび飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(212mg、30%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.27(2H,t,J=6.6Hz), 4.60(2H,t,J=6.6Hz), 6. 71(1H,d,J=8.6Hz), 7.39(1H,d,J=8.4Hz), 7.50-7.58(3H,m), 7.62-7.64(2H,m), 8 .57(1H,s).

[1183] [製造例97-1-4](6-フェニルスルファニルーピリジン-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロライド

[1184] [化463]

製造例97-1-3に記載の5-(2-ニトローエチル)-2-フェニルスルファニルーピリジン(212mg、0.814mmol)のメタノール(5mL)溶液にリチウム メトキサイド(62mg、1.6mmol)を加え、室温で5分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。その残渣のテトラヒドロフラン(3mL)と塩化メチレン(3mL)の懸濁液に、窒素雰囲気下、-78℃で四塩化チタン(IV)(197 μ L、1.8mmol)を加え、0℃で1時間30分攪拌した。更にその混合物を室温で50分間攪拌した後、反応混合物に0℃で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(249mg、定量的)を得た。この化合物は、これ以上精製することなく次の反応に用いた。

[1185] [実施例98]3-(3-(4-(3-メトキシ―ベンジルオキシ)-ベンジル)-イソキサゾ ール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1186] [化464]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾー

PCT/JP2006/321678

ルー3ーイルメチル)ーフェノール(30mg、0. 11mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(22. 4 μ L、0. 11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。その固体とN, Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、3ーメトキシベンジルクロリド(21. 0mg、0. 13 mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で12時間攪拌した。この混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標記化合物(35. 1mg、81%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.75(3H,s), 3.95(2H,s), 5.05(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.67-6.71(1H,m), 6.78(1H,s), 6.86-6.90(1H,m), 6.96(2H,d,J=8.4 Hz), 6.97-7.00(2H,m), 7.24(2H,d,J=8.8Hz), 7.29(1H,t,J=8.0Hz), 7.85-7.88(1 H,m), 8.07-8.10(1H,m).

[1187] [実施例99]3-(3-(4-(6-メトキシ―ピリジン―2-イルメトキシ)ーベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1188] [化465]

製造例5-1-1に記載の4-(5-(2-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(30mg、0.11mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(22.4 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。その固体とN、Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例99-1-2に記載の2-クロロメチルー6-メトキシーピリジン(21.2mg、0.13mmol)のN、Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で12時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲル

カラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標記化合物(36.7mg、84%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.85(3H,s), 3.96(2H, s), 5.07(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.69(1H,dd,J=4.8,7.6Hz), 6.75(1H,d,8.0Hz), 6.79(1H,s), 6.99(2H,d,J=8.8Hz), 7.07(1H,d,J=7.2Hz), 7.25(2H,d,J=8.8Hz), 7.69-7.74(1H,m), 7.85-7.88(1H,m), 8.08(1H,dd,J=2.0,4.8Hz).

出発物質2-クロロメチルー6-メトキシーピリジンは以下の方法で合成した。

[1189] [製造例99-1-1](6-メトキシーピリジン-2-イル)ーメタノール

[1190] [化466]

2ーブロモー6ーメトキシピリジン(500mg、2.66mmol)とトルエン(20mL)の混合物に、-78℃にて nーブチルリチウム(1.84mL、1.6Mへキサン溶液、2.93mmol)を滴下し、30分間攪拌した。次いで、同温でその混合物にN,Nージメチルホルムアミド(412 μ L、5.32mmol)を滴下し、0℃まで昇温し45分攪拌した。この反応溶液に水とテトラヒドロフランを加え激しく攪拌した。有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液に、0℃にて水素化ホウ素ナトリウム(201mg、5.31mmol)を加え、室温にて2時間攪拌した。この反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:ジエチルエーテル=2:1)で精製し、標記化合物(104.8mg、28%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- d) δ (ppm): 3.81(3H,s), 4.47(2H,d,J=6.0Hz), 5.34(1H,t,J=5.6,6.0Hz), 6.65(1H,dd,J=0.8,8.4Hz), 7.03-7.05(1H,m), 7.68(1H,dd,J=7.2,8.0Hz).

「1191] 「製造例99-1-2] 2-クロロメチル-6-メトキシーピリジン

[1192] [化467]

製造例99-1-1に記載の(6-メトキシーピリジン-2-イル)-メタノール(105mg、0.75mmol)とジクロロメタン(5mL)の混合物に塩化チオニル $(82.4\mu L, 1.13mmol)$ を加え、室温にて30分間攪拌した。その反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、ジクロロメタンで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(105.8mg,89%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.85(3H,s), 4.69(2H,s), 7.79(1H,dd,J=0.4,8.4Hz), 7.12(1H,dd,J=0.4,7.2Hz), 7.73(1H,dd,J=7.2,8.4Hz).

[1193] [実施例100]3-(3-(6-(ピリジン—3-イルオキシ)-ピリジン—3-イルメチル) -イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1194] [化468]

製造例100-1-2に記載の5-(2-=トロエチル)-2-(ピリジン-3-イルオキシ)ピリジン(157.0mg、0.64mmol)とメタノール(6mL)の混合物にリチウムメトキシド(48.7mg、1.28mmol)を加え、室温にて1時間攪拌した。その反応溶液を減圧下濃縮し、白色固体を得た。この固体のジクロロメタン(4mL)とテトラヒドロフラン(2mL)の混合物に、窒素雰囲気下-78℃にて、四塩化チタン(155.0μL、1.41mmol)を加え、さらに0℃にて3時間攪拌した。この反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣(30.7mg)、製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(13.7mg、0.12mmol)、テトラヒドロフラン(1mL)そしてジメチルスルホキシド(1mL)の混合物に、室温にて、トリエチルアミン(32.4μL、0.23mmol)を加え、55℃で1時間攪拌した。その反応混合物を室温まで冷却し、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、水と

飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、さらにプレパラティブ薄層クロマトグラフィー(NHシリカゲル、酢酸エチル)で精製し、標記化合物(1.41mg、4%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.03(2H,s), 5.39(2H,brs), 6.28(1H,s), 6.73 (1H,ddd,J=0.8,4.8,7.6Hz), 6.98(1H,d,J=8.4Hz), 7.35(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 7.51-7.54(1H,m), 7.67(1H,ddd,J=0.2,2.4,8.4Hz), 7.71(1H,dd,J=2.0,7.6Hz), 8.11(1H,d,J=2.8Hz), 8.15-8.17(1H,m), 8.46(1H,d,J=4.4Hz), 8.50(1H,d,J=2.4Hz).

出発物質5-(2-ニトロエチル)-2-(ピリジン-3-イルオキシ)ピリジンは以下の 方法で合成した。

[1195] [製造例100-1-1] 6-(ピリジン-3-イルオキシ)-ピリジン-3-カルバルデヒド

[1196] [化469]

水素化ナトリウム(407mg、8. 48mmol、50% in oil)とN, Nージメチルホルムアミド(45mL)の懸濁液に、0℃で3ーヒドロキシピリジン(806mg、8. 48mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(5mL)溶液を加え、30分攪拌した。この反応混合物に、同温で2ークロロー5ーホルミルピリジン(1. 0g、7. 06mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(5mL)溶液を加え、100℃にて5時間攪拌した。この反応混合物を室温に冷却し、水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製して、標記化合物(505. 1mg、36%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):7.32-7.36(1H,m), 7.53(1H,ddd,J=0.8, 4.8,8.4Hz), 7.72-7.75(1H,m), 8.30-8.34(1H,m), 8.50-8.54(2H,m), 8.70-8.7

2(1H,m), 10.01(1H,s).

[1197] [製造例100-1-2] 5-(2-ニトロエチル)-2-(ピリジン-3-イルオキシ)ピリ ジン

[1198] [化470]

製造例100-1-1に記載した6-(ピリジン-3-イルオキシ)ーピリジン-3-カルボアルデヒド(505. 1mg、2. 52mmol)、ニトロメタン(680 μ L、12. 6mmol)、酢酸アンモニウム(388mg、5. 04mmol)そして酢酸(20mL)の混合物を、140℃にて2. 5時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。この残渣のジメチルスルホキシド(20mL)と酢酸(2mL)の混合物に、室温にて、水素化ホウ素ナトリウム(114. 0mg、3. 02mmol)を加え、15分攪拌した。この反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標記化合物(157. 3mg、26%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm): 3.23(2H,t,J=6.8Hz), 4.88(2H,t,J=6.8Hz), 7.18-7.22(1H,m), 7.77(1H,dd,J=5.6,8.4Hz), 7.90(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.02-8.07(1H,m), 8.07-8.10(1H,m), 8.45(1H,d,J=6.0Hz), 8.51(1H,d,J=2.8Hz).

[1199] [実施例101]3-(3-(4-(5-メチルーピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1200] [化471]

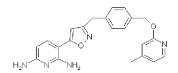
製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(150mg, 0.53mmol)と製造例42-1

-2に記載の2-クロロメチル-5-メチルーピリジン(90mg、0.64mmol)を用いて 実施例18と同様の手法により標記化合物(120mg、57%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.29(3H,s), 3.87(2H,s), 5.10(2H,s), 5. 78(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.0Hz), 6.10(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.95(2H,d,J=8.8Hz), 7.21(2H,d,J=8.8Hz), 7.38(1H,d,J=8.0Hz), 7.50(1H,d,J=8.0Hz), 7.62(1H,d,J=8.0Hz), 8.40(1H,s).

[1201] [実施例102]3-(3-(4-(4-メチル―ピリジン―2-イルオキシメチル)ーベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1202] [化472]

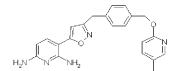


製造例43-1-5に記載の(4-(4-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)ーフェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(130mg、0.447mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(30.0mg、0.226mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(126 μ L、0.903mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:へプタン=2:1)で精製し、標記化合物(37.4mg、42.7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.26(3H,s), 3.95(2H,s), 5.30(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.83(2H,d,J=8.4Hz), 6.11(1H,brs), 6.37(1H,s), 6.67-6.68(1H,m), 6.81-6.83(1H,m), 7.30(2H,d,J=8.0Hz), 7.38(2H,d,J=8.0Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz), 8.08-8.09(1H,d,J=5.2Hz).

[1203] [実施例103]3-(3-(4-(5-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1204] [化473]

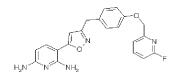


製造例44-1-5に記載の(4-(5-メチルーピリジン-2-イルオキシメチル) - フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド (130mg、0.447mmol)と製造例13-1 - 3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(30.0mg、0.226mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(126 μ L、0.903mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:へプタン=2:1)で精製し、標記化合物(57.4mg、65.6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.20(3H,s), 3.95(2H,s), 5.28(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(2H,brs), 6.36(1H,s), 6.76(1H,d,J=8.4Hz), 7.30(2H,d,J=8.4Hz), 7.38(2H,d,J=8.0Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz), 7.53-7.55(1H,m), 7.96-7.97(1H,m).

[1205] [実施例104]3-(3-(4-(6-フルオロ―ピリジン―2-イルメトキシ)ーベンジル) -イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1206] [化474]



製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾール-3-イルメチル)ーフェノール(40mg、0.14mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(28.3 μ L、0.14mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例45-1-1に記載の2-クロロメチルー6-フルオローピリジン(52.7mg、0.36mmoml)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、室温で14時間攪拌した。この反応混合物を、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネ

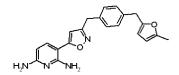
シウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2)で精製した後、さらに逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(7.8mg、11%)をトリフルオロ酢酸塩として得た

 1 H-NMR Spectrum (CD $_{3}$ OD) δ (ppm):3.96(2H,s), 5.08(2H,s), 6.15(1H,d,J=8.8Hz), 6.42(1H,s), 6.96(2H,d,J=8.8Hz), 6.96-7.00(1H,m), 7.23(2H,d,J=8.4Hz), 7.4 3-7.46(1H,m), 7.90(1H,d,J=8.8Hz), 7.94(1H,q,J=8.4,7.6Hz).

MS m/e(ESI) 391.99(MH⁺)

[1207] [実施例105]3-(3-(4-(5-メチル-フラン-2-イルメチル)-ベンジル)-イ ソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1208] [化475]



 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.24(3H,s), 3.89(2H,s), 3.98(2H,s), 4.53(2 H,brs), 5.31(2H,brs), 5.84-5.87(2H,m), 5.91(1H,d,J=8.2Hz), 5.99(1H,s), 7.20(4H,d,J=2.4Hz), 7.48(1H,d,J=8.2Hz).

[1209] [実施例106]3-(3-(5-p-トリルオキシ―チオフェン-2-イルメチル)-イソキ サゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

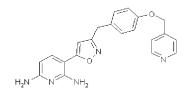
[1210] [{\(\) \(

製造例48-1-5に記載の(5-p-トリルオキシーチオフェンー2ーイル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(130mg、0.461mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジンー2、6ージアミン(30.0mg、0.226mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(126 μ L、0.903mmol)を加え、60°Cで7時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1)で精製し、標記化合物(12.0mg、14.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.27(3H,s), 4.08(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.84 (1H,d,J=8.8Hz), 6.13(2H,brs), 6.44(1H,s), 6.47(1H,d,J=3.6Hz), 6.73(1H,d,J=3.6Hz), 6.98-7.01(2H,m), 7.17-7.19(2H,m), 7.54(1H,d,J=8.8Hz).

[1211] [実施例107]3-(3-(4-(ピリジン-4-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1212] [化477]



製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-i)アミノーピリジン-3-4ルー) -4ソキサゾール-3-4ルメチル) -7ェノール(50mg、0.18mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(35.4 μ L、0.18mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体をN,Nージメチルホルムアミド(1mL)に懸濁させた。一方、4-(20ロメチル)ピリジン塩酸塩(100mg、0.78mmol)にTHF(780 μ L)、1N 水酸化ナトリウム水溶液(780 μ L、0.78mmol)を加え、有機層を分離し、4-(20ロメチル)ピリジンのテトラヒドロフラン溶液を得た。この溶液の一部(354 μ L)を上述のN、Nージメチルホルムアミド縣

濁液に加え、室温で14.5時間攪拌した。この反応混合物を、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製して、標記化合物(64.6mg、98%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):3.88(2H,s), 5.16(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.10(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.97(2H,d,J=8.4Hz), 7.23(2H,d,J=8.8Hz), 7.42(2H,d,J=5.2Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz), 8.56(2H,d,J=5.2Hz).

[1213] [実施例108]3-(3-(4-(ピリジン—3-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1214] [化478]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-i)アミノーピリジンー3-4ルー)ーイソキサゾールー3-4ルメチル)ーフェノール(50mg、0.18mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(35.4 μ L、0.18mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体をN,Nージメチルホルムアミド(1mL)に懸濁させた。一方、3-(20 μ 0.78 μ 0.79 μ

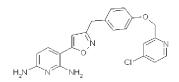
5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.98(2H,d,J=8.4Hz), 7.42(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz), 7.85(1H,d,J=8.0Hz), 8.5

342

4(1H,d,J=4.8Hz), 8.55-8.58(1H,m).

[1215] [実施例109]3-(3-(4-(4-クロローピリジン—2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1216] [化479]



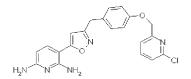
製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾールー3ーイルメチル)ーフェノール(30mg、0.11mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(21.2 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例51-1-2に記載の4-クロロー2-クロロメチルーピリジン(34.3mg、0.21mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2)で精製した後、さらに逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸 塩として得た。

¹H-NMR Spectrum (CD₃OD) δ (ppm):3.94(2H,s), 5.16(2H,s), 5.95(1H,d,J=8.4H z), 6.21(1H,s), 6.98(2H,d,J=8.8Hz), 7.24(2H,d,J=8.8Hz), 7.35-7.45(1H,m), 7.5 6(1H,d,J=8.4Hz), 7.62-7.63(1H,m), 8.47(1H,d,J=5.2Hz).

MS m/e(ESI)408.21(MH[†])

[1217] [実施例110]3-(3-(4-(6-クロローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1218] [化480]



製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾールー3-イルメチル)ーフェノール(30mg、0.11mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(21.2 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例52-1-2に記載の2-クロロー6-クロロメチルーピリジン(34.3mg、0.21mmoml)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2)で精製した後、さらに逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(15.9mg、37%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.95(2H,s), 4.56(2H,brs), 5.15(2H,s), 5.30 (2H,brs), 5.90(1H,d,J=8.0Hz), 5.99(1H,s), 6.91(2H,d,J=8.8Hz), 7.20(2H,d,J=8.0 Hz), 7.27-7.28(1H,m), 7.45(1H,d,J=7.6Hz), 7.46(1H,d,J=8.0Hz), 7.67(1H,dd,J=7.6,8.0Hz).

 $MS m/e(ESI) 408.19(MH^{+})$

[1219] [実施例111]3-(3-(6-フェノキシメチル―ピリジン―3-イルメチル)-イソキサ ゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1220] [化481]

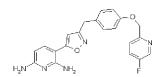
製造例54-1-6に記載の(6-フェノキシメチルーピリジン-3-イル)-アセトヒド

ロキシモイル クロリド (89.0 mg、0.322 mmol) と製造例 13-1-3 に記載の3-x チニルーピリジンー2、6-ジアミン (25.0 mg、0.188 mmol) のテトラヒドロフラン (5.00 mL) 溶液に、室温でトリエチルアミン (78.6 μ L、0.564 mmol) を加え、室温で 4.5 時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を 飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留 去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル: ヘプタン=1:1 \rightarrow 3:1) で精製し、標記化合物 (21.0 mg、29.9%) を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.02(2H,s), 5.15(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.12(2H,brs), 6.43(1H,s), 6.92-6.96(1H,m), 7.01(2H,d,J=8.4Hz), 7.27-7.31(2H,m), 7.50(2H,dd,J=4.0,16.4Hz), 7.74-7.77(1H,m), 8.56(1H,d,J=2.4Hz).

[1221] [実施例112]3-(3-(4-(5-フルオロ―ピリジン―2-イルメトキシ)ーベンジル) -イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1222] [化482]



製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾールー3ーイルメチル)ーフェノール(25.5mg、0.09mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(18.1 μ L、0.09mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例41-1-2に記載の2-クロロメチルー5-フルオローピリジン(13.2mg、0.09mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(23.6mg、67%)をジトリフルオロ

酢酸塩として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-D $_{6}$) δ (ppm):3.93(2H,s), 5.15(2H,s), 6.04(1H,d,J=8 .4Hz), 6.53(1H,s), 6.98(2H,d,J=8.8Hz), 7.23(2H,d,J=8.4Hz), 7.57-7.61(1H,m), 7.77(1H,dt,J=2.8,8.8Hz), 7.81-7.86(1H,m), 8.57(1H,d,J=2.8Hz).

MS m/e(ESI) 391.96(MH⁺)

[1223] [実施例113]3-(3-(4-(6-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル)ーベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1224] [4/:483]

製造例55-1-5に記載の(4-(6-フルオローピリジンー2-イルオキシメチル)
-フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド(200mg、0.678mmol)と製造例13
-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(57.6mg、0.433mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(236 μ L、1.7mmol)を加えた。その混合物を室温で2時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(150mg、57%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.02(2H,s), 4.57(2H,brs), 5.32(2H,s), 5.34 (2H,brs), 5.91-5.93(1H,m), 6.00(1H,s), 6.47-6.50(1H,m), 6.64-6.66(1H,m), 7.30(2H,d,J=8.0Hz), 7.42(2H,d,J=8.0Hz), 7.48-7.50(1H,m), 7.62-7.68(1H,m).

[1225] [実施例114]3-(3-(4-(5-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1226] [化484]

製造例56-1-5に記載の(4-(5-フルオローピリジンー2-イルオキシメチル) -フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド(200mg、0.679mmol)と製造例13 -1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(57.7mg、0.433mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(237 μ L、1.7mmol)を加えた。その混合物を室温で4時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(86mg、32%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.03(2H,s), 4.62(2H,brs), 5.07(2H,s), 5.39 (2H,brs), 5.92-5.94(1H,m), 6.00(1H,s), 7.13-7.16(1H,m), 7.31-7.33(2H,m), 7.35-7.38(3H,m), 7.49-7.51(1H,m), 8.11-8.12(1H,m).

[1227] [実施例115]3-(3-(1-ベンジルー1H-ピロール—3-イルメチル)-イソキサ ゾール—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1228] [化485]

製造例57-1-3に記載の(1-ベンジル-1H-ピロール-3-イル)アセトビロキシモイル クロリド(280 mg, 1.1 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、<math>6-ジアミン(74 mg, 0.56 mmol)を用いて実施例3と同様の手法により標記化合物(7.6 mg, 2.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.70(2H,s), 5.02(2H,s), 5.77(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.0Hz), 5.97(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.09(2H,brs), 6.35(1H,s), 6.70(1 H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.74(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 7.18(2H,d,J=7.6Hz), 7.23-7.28(1 H,m), 7.30-7.35(2H,m), 7.51(1H,d,J=8.0Hz).

[1229] [実施例116]3-(3-(6-(4-フルオロ―ベンジルオキシ)-ピリジン―3-イルメ チル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン [1230] [化486]

製造例58-1-5に記載の(6-(4-7)ルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(133 mg, 0.450 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(30.0 mg, 0.225 mmol)のテトラヒドロフラン(10.0 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン $(94.1 \mu L, 0.675 mmol)$ を加え、室温で3時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=3:1)で精製し、標記化合物(67.4 mg, 76.5%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.92(2H,s), 5.31(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.12(2H,brs), 6.40(1H,s), 6.84(1H,d,8.4Hz), 7.19(2H,d,J=8.8Hz), 7.47-7.53(3H,m), 7.65-7.67(1H,m), 8.14(1H,d,J=2.0Hz).

[1231] [実施例117]3-(3-(4-(4-フルオロ―ピリジン―2-イルオキシメチル)ーベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1232] [化487]

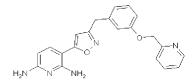
$$\underset{\mathsf{H}_2\mathsf{N}}{ \bigvee} \mathsf{N} \mathsf{N} \mathsf{H}_2$$

製造例59-1-5に記載の(4-(4-フルオローピリジンー2-イルオキシメチル) -フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(200mg、0.679mmol)と製造例1 3-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(57.7mg、0.433mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(237 μ L、1.7mmol)を加えた。その混合物を室温で4時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(113mg、43%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CD₃OD) δ (ppm):4.02(2H,s), 5.18(2H,s), 5.94-5.96(1H,m), 6.23(1H,s), 6.99-7.01(1H,m), 7.097-7.103(1H,m), 7.34-7.36(2H,m), 7.40 -7.42(2H,m), 7.54-7.56(1H,m), 8.14-8.15(1H,m).

[1233] [実施例118]3-(3-(3-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1234] [化488]



製造例60-1-4に記載の3-(ピリジン―2-イルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(200mg、0.723mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジンー2、6-ジアミン(61.4mg、0.461mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(252 μ L、1.81mmol)を加えた。その混合物を室温で2時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(87mg、32%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CD₃OD) δ (ppm):3.96(2H,s), 5.16(2H,s), 5.94-5.97(1H,m), 6.17(1H,s), 6.87-6.92(3H,m), 7.21-7.25(1H,m), 7.29-7.32(1H,m), 7.53-7.57(2H,m), 7.79-7.84(1H,m), 8.48-8.50(1H,m).

[1235] [実施例119]3-(3-(3-ベンジルオキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1236] [化489]

製造例61-1-4に記載の(3-ベンジルオキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド $(200\,\mathrm{mg},0.724\,\mathrm{mmol})$ と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、 $6-ジアミン(61.5\,\mathrm{mg},0.462\,\mathrm{mmol})$ のテトラヒドロフラン $(3\,\mathrm{mL})$ 溶液に、トリエチルアミン $(252\,\mu\,\mathrm{L},1.81\,\mathrm{mmol})$ を加えた。その混合物を室温で4時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(へプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物 $(138\,\mathrm{mg},51\%)$ を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CD $_{3}$ OD) δ (ppm):3.95(2H,s), 5.07(2H,s), 5.95-5.97(1H,m), 6.17(1H,s), 6.86-6.88(2H,m), 6.92(1H,m), 7.20-7.27(2H,m), 7.31-7.35(2H,m), 7.39-7.41(2H,m), 7.53-7.55(1H,m).

[1237] [実施例120]3-(3-(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)-ベンジル)-イソ キサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1238] [化490]

製造例62-1-6に記載の(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル) -フェニル) -アセトヒドロキシモイル クロリド(25mg、0.088mmol)とテトラヒドロフラン(1mL) の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(9 mg、0.068mmol)とトリエチルアミン(19 µ L、0.14mmol)を加え、室温で1時間 攪拌した。同温で反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(10mg、28%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 381.13(MH^{+})$

[1239] [実施例121]3-(3-(5-フェノキシーピリジン-2-イルメチル)-イソキサゾール -5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン [1240] [化491]

製造例121-1-5に記載の(5-7ェノキシーピリジン-2ーイル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(56mg、0.21mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(42mg、0.32mmol)を用いて実施例3と同様の手法により標記化合物(26mg、34%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.11(2H,s), 5.80(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.0Hz), 6.12(2H,brs), 6.40(1H,s), 7.05(2H,d,J=8.0Hz), 7.15-7.21(1H,m), 7.38 -7.45(4H,m), 7.52(1H,d,J=8.0Hz), 8.31(1H,s).

出発原料の(5-フェノキシーピリジン-2-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは 以下の方法で合成した。

[1241] [製造例121-1-1]2-メチル-5-フェノキシーピリジン

[1242] [化492]

ジフェニルアイオドニウム アイオダイド (5.8g、14mmol)、3ーヒドロキシー6ーメチルピリジン (1.6g、14mmol)、カリウム tertーブトキシシド (1.7g、15mmol)、テトラヒドロフラン (60ml)を60℃で2.5時間撹拌した。反応溶液に水を加え酢酸エチルで抽出した。溶媒を減圧下留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=3:1)で精製することにより、標記化合物 (1.5g、56%)を得た。 1 HーNMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):2.46(3H,s), 7.00-7.04(2H,m), 7.13-7.18(1H,m), 7.28(1H,d,J=8.4Hz), 7.37(1H,dd,J=2.8,8.4Hz), 7.37-7.43(2H,m), 8.24(1H,d,J=2.8Hz).

[1243] [製造例121-1-2](5-フェノキシーピリジン-2-イル) - メタノール

[1244] [化493]

製造例121-1-1に記載の2-メチル-5-フェノキシーピリジン(3.6g、19mm ol)、3-クロロペルオキシベンゾイック アシッド(5.6g、33mmol)、塩化メチレン(8 0ml)混合物を室温で45分撹拌した。反応溶液に亜硫酸ナトリウム水を加え分液し、有機層を5N 水酸化ナトリウム水7mlで洗浄した。得られた有機溶液を硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去し、2-メチル-5-フェノキシーピリジン 1-オキシド(3.3g)を得た。

2-メチルー5-フェノキシーピリジン 1-オキシド(3.3g、16mmol)、無水酢酸(20ml)を115℃で40分撹拌した。無水酢酸を減圧下留去し、残渣に重曹水と酢酸エチルを加え分液した。酢酸エチル溶液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製しアセティック アシッド 5-フェノキシーピリジン-2-イルメチル エステル(3.0g)を得た。

アセティック アシッド 5-フェノキシーピリジン-2-イルメチル エステル(3.0g、12mmol)、5N 水酸化ナトリウム水(8.0ml)、メタノール(20ml)を60℃で20分 撹拌した。反応溶液に水と酢酸エチルを加え分液した。酢酸エチル層を硫酸マグネシウムで乾燥した後溶媒を減圧留去し標記化合物(2.6g、65%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.57(2H,d,J=6.0Hz), 5.44(1H,t,J=6.0Hz), 7.00-7.08(2H,m), 7.15-7.20(1H,m), 7.38-7.53(4H,m), 8.29(1H,d,J=2.8Hz).

[1245] [製造例121-1-3]5-フェノキシーピリジン-2-カルバルデヒド

[1246] [化494]

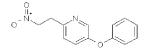
製造例121-1-2に記載の(5-フェノキシーピリジン-2-イル)ーメタノール(30 0mg、1.5mmol)、マグネシウム(IV)オキシド(1.3g、15mmol)、アセトン(10ml)を20分間還流下、撹拌した。ついでマグネシウム(IV)オキシド(1.5g、17mmol)を追加しさらに20分間還流下、撹拌した。反応溶液をセライトろ過した後、そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(220mg、74%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):7.20-7.25(2H,m), 7.29-7.34(1H,m), 7.47-7.54(3H,m), 7.95-8.00(1H,m), 8.57-8.60(1H,m), 9.94(1H,s).

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678

[1247] [製造例121-1-4]2-(2-ニトローエチル) -5-フェノキシーピリジン

[1248] [化495]



製造例121-1-3に記載の5-フェノキシーピリジン-2-カルバルデヒド(700mg、3.5mmol)、リチウムメトキシド(170mg、4.6mmol)、ニトロメタン(280mg、4.6mmol)、メタノール(10ml)の混合物に室温で2分間超音波をあてた後、反応溶液を減圧下濃縮した。残渣に無水酢酸(30ml)、トリエチルアミン(1.1g、11mmol)を加え、その有機層を分離した。室温で10分間撹拌した後、反応溶液を減圧下濃縮した。残渣に水と酢酸エチルを加え分液し、有機層を食塩水で1回洗浄し、ついで硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、残渣にジメチルスルホキシド(5.0ml)、酢酸(0.50ml)、水素化ホウ素ナトリウム(270mg、7.0mmol)を加え、5分間室温で撹拌した。反応溶液に水と酢酸エチルを加え、その酢酸エチル層を分離した。酢酸エチル層を重曹水、水、食塩水で洗浄した。溶媒を減圧下留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)ついでNHーシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1ついで2:1)で精製し標記化合物(76mg、8.9%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm): 3.40(2H,d,J=6.4Hz), 4.98(2H,d,J=6.4Hz), 7.02-7.06(2H,m), 7.16-7.21(1H,m), 7.39-7,46(4H,m), 8.28(1H,d,J=2.4Hz).

[1249] [製造例121-1-5](5-フェノキシーピリジン-2-イル) - アセトヒドロキシモイル クロリド

[1250] [化496]

製造例121-1-4に記載の2-(2-ニトローエチル)-5-フェノキシーピリジン(76mg、0.31mmol)、メタノール(6.0ml)に室温でリチウムメトキシド(24mg、0.62mmol)加え3分間撹拌した後、溶媒を減圧下留去した。残渣に塩化メチレン(10m

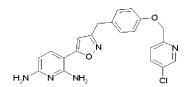
353

1)を加え、室温でチタニウム(IV)クロリド(0.11ml、1.0mmol)を加え10分間撹拌した。反応溶液に冷重曹水と酢酸エチルを加えセライトろ過した後、その有機層を分離した。その有機層を減圧下濃縮することにより、標記化合物(56mg、69%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.99(2H,s), 7.00-7.10(2H,m), 7.13-7.22(1H,m), 7.34-7.48(4H,m), 8.32(1H,d,J=2.4Hz), 11.75(1H,s).

[1251] [実施例122]3-(3-(4-(5-クロローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1252] [化497]



製造例18−1−1に記載の4−(5−(2,6−ジアミノーピリジン−3−イルー)−イソキサゾール−3−イルメチル)−フェノール(30mg、0.11mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(21.2 μ L, 0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁物に、製造例63−1−2に記載の5−クロロー2−クロロメチルーピリジン(18.9mg、0.12mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製し、標記化合物(38.4mg、89%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.88(2H,s), 5.16(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.97(2H,d,J=8.8Hz), 7.23(2H,d,J=8.8Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz), 7.54(1H,d,J=8.4Hz), 7.96(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.63(1H,d,J=2.8Hz).

[1253] [実施例123]3-(3-(3-フェノキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-

354

ピリジン―2,6ージアミン

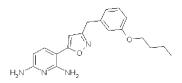
[1254] [化498]

製造例64-1-3に記載の(3-7ェノキシ-7ェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(133 mg, 0.508 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(30.0 mg, 0.254 mmol)のテトラヒドロフラン(10.0 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン $(94.1 \mu L, 0.675 mmol)$ を加え、室温で14時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: ヘプタン=3:1)で精製し、標記化合物(26.1 mg, 80.6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CD $_{3}$ OD) δ (ppm):3.95(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.84(1H,d,J=8.4 Hz), 6.12(2H,brs), 6.38(1H,s), 6.84-6.87(1H,m), 6.98-7.02(3H,m), 7.07(1H,d,J=8.0Hz), 7.12-7.16(1H,m), 7.31-7.41(3H,m), 7.52(1H,d,J=8.4Hz).

[1255] [実施例124]3-(3-(3-ブトキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリ ジン―2,6-ジアミン

[1256] [化499]



製造例65-1-4に記載の(3-7)トキシ-7ェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg, 0.621mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン<math>(52.8mg, 0.396mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)の混合物に、トリエチルアミン $(216 \mu L, 1.55mmol)$ を加えた。その混合物を室温で4時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し

、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(43mg、21%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.95-0.98(3H,m), 1.45-1.51(2H,m), 1.72 -1.77(2H,m), 3.96-3.99(2H,m), 3.98(2H,s), 4.59(2H,brs), 5.36(2H,brs), 5.91 -5.93(1H,m), 6.01(1H,s), 6.78-6.86(4H,m), 7,21-7.24(1H,m).

[1257] [実施例125]3-(3-(3-シクロプロピルメトキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5 -イル)-ピリジン―2、6-ジアミン

[1258] [化500]

製造例66-1-4に記載の(3-シクロプロピルメトキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg, 0.626mmol)と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(53.2mg, 0.399mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)の混合物に、トリエチルアミン $(218\,\mu\,L, 1.57mmol)$ を加えた。その混合物を室温で4時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(へプタン:酢酸エチル)で精製し、標記化合物(117mg, 56%)を得た。 1 H-NMR Spectrum $(CDCl_3)$ δ (ppm):0.32-0.36(2H,m), 0.61-0.66(2H,m), 1.22-1.29(1H,m), 3.77-3.79(2H,m), 3.98(2H,s), 4.58(2H,brs), 5.35(2H,brs), 5.91-5.93(1H,m), 6.00(1H,s), 6.78-6.87(3H,m), 7.21-7.25(1H,m), 7.48-7.50(1H

[1259] [実施例126]3-(3-(4-ブトキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリ ジン―2,6-ジアミン

[1260] [化501]

,m).

製造例67-1-4に記載の(4-ブトキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150 mg, 0.621 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(52.8 mg, 0.396 mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)溶液に、トリエチルアミン $(216 \, \mu \, \text{L}, 1.55 \text{mmol})$ を加えた。その混合物を室温で4時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー (~ 79) -酢酸エチル= $1:1\sim$ 酢酸エチル)で精製し、標記化合物(155 mg, 74%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.95-0.99(3H,m), 1.46-1.53(2H,m), 1.72 -1.79(2H,m), 3.92-3.96(4H,m), 4.60(2H,brs), 5.37(2H,brs), 5.91-5.92(1H,m), 5.98(1H,s), 6.84-6.86(2H,m), 7.17-7.19(2H,m), 7.48-7.50(1H,m).

[1261] [実施例127]3-(3-(5-ベンジルオキシーピリジン—2-イルメチル)-イソキサ ゾール—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1262] [化502]

製造例127-1-5に記載の2-(5-ベンジルオキシーピリジン-2-イル)-N-ヒドロキシーアセトアミジン(50mg、0. 19mmol)と5N 塩酸水溶液(1mL)との混合物に、0℃でソジウム ナイトライト(20mg、0. 29mmol)を加え、0℃で20分間攪拌した。反応混合物に0℃で炭酸水素ナトリウムと水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(10mg、0. 39mmol)とトリエチルアミン(27 μ L、0. 19mmol)を加え、窒素雰囲気下、50℃で40分間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸

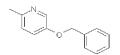
エチル=1:2)にて精製し、更に逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(4.7 mg、4.0%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI)(MH^{\dagger}) 374.01(MH^{\dagger})$

出発物質2-(5-ベンジルオキシーピリジン-2-イル)-N-ヒドロキシーアセトアミジンは以下の方法で合成した。

[1263] [製造例127-1-1]5-ベンジルオキシ-2-メチルーピリジン

[1264] [化503]



3ーヒドロキシー6ーメチルピリジン(5.00g、45.8mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(50mL)溶液に水素化ナトリウム(2.02g、50.4mmol、60% in oil)を加え、0℃で15分攪拌した。次に、その混合物にベンジルブロマイド(5.99mL、50.4mmol)を0℃で加え、室温で3.5時間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(5.99g、66%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.49(3H,s), 5.08(2H,s), 7.05(1H,d,J=8.6Hz), 7.17(1H,dd,J=2.9,8.4Hz), 7.31-7.44(5H,m), 8.27(1H,d,J=2.9Hz).

[1265] 「製造例127-1-2](5-ベンジルオキシーピリジン-2-イル)ーメタノール

[1266] [化504]

$$HO \bigcap_{N}$$

製造例127-1-1に記載の5-ベンジルオキシ-2-メチルピリジン(5.99g、30 .1mmol)の塩化メチレン(100mL)溶液に、0℃でm-クロロ過安息香酸(8.79g、

33. 1mmol、純度65%)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物に飽和重曹水を0℃で加え、塩化メチレンで抽出した。その有機層を分離し、飽和重曹水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、5ーベンジルオキシー2ーメチルーピリジンー1ーオキサイド(7.71g)を得た。得られた5ーベンジルオキシー2ーメチルーピリジンー1ーオキサイド(7.71g)に無水酢酸(77mL)を加え、120℃で80分間攪拌した。この混合物を室温に冷却した後、減圧下濃縮した。その残渣のエタノール(50mL)溶液に5N 水酸化ナトリウム水溶液(7mL)を加え、室温で50分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。その残渣を飽和食塩水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(4.17g、54%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.46(2H,d,J=5.9Hz), 5.15(2H,s), 5.26(1 H,t,J=5.9Hz), 7.29-7.40(4H,m), 7.42-7.45(3H,m), 8.22(1H,d,J=2.9Hz).

[1267] [製造例127-1-3]5-ベンジルオキシ-2-クロロメチルーピリジン

[1268] [化505]

製造例127-1-2に記載の(5-ベンジルオキシーピリジン-2-イル)ーメタノール(500mg)の四塩化炭素(10mL)溶液にトリフェニルフォスフィン(791mg)を加え、窒素雰囲気下、19時間35分加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=3:1)にて精製し、標記化合物(386mg)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.64(2H,s), 5.12(2H,s), 7.25-7.28(1H,m), 7.35-7.44(6H,m), 8.34(1H,d,J=2.7Hz).

[1269] [製造例127-1-4](5-ベンジルオキシーピリジン-2-イル)-アセトニトリル

[1270] [YK506]

製造例127-1-3に記載の5-ベンジルオキシー2ークロロメチルーピリジン(2.13g、9.11mmol)のエタノール(30mL)と水(10mL)との溶液にシアン化ナトリウム(580mg、11.8mmol)を加え、加熱還流下、4時間25分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(1.77g、87%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.88(2H,s), 5.12(2H,s), 7.29(1H,d,J=2.7Hz), 7.32-7.42(6H,m), 8.33(1H,d,J=2.7Hz).

[1271] [製造例127-1-5]2-(5-ベンジルオキシーピリジン-2-イル)-N-ヒドロキ シーアセトアミジン

[1272] [化507]

製造例127-1-4に記載の(5-ベンジルオキシーピリジン-2-イル)-アセトニトリル(1.77g、7.89mmol)のエタノール(30mL)溶液に塩化ヒドロキシルアンモニウム(848mg、11.8mmol)と炭酸カリウム(2.18g、15.8mmol)を加え、70℃で11時間20分攪拌した。更に、加熱還流下、その混合物を5時間45分攪拌した。その反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、標記化合物(550mg、27%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.61(2H,s), 5.15(2H,s), 7.21(1H,d,J=8.4Hz), 7.32-7.47(6H,m), 8.08(1H,s), 8.22(1H,d,J=3.1Hz), 8.32(1H,s), 9.49(1H,s)

s).

[1273] [実施例128]3-(3-(4-ベンジルアミノ-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1274] [化508]

製造例68-1-4に記載の(4-ベンジルアミノ-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150 mg, 0.546 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(46.4 mg, 0.348 mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)溶液に、トリエチルアミン $(190 \, \mu \, \text{L}, 1.37 \text{mmol})$ を加えた。その混合物を室温で6.5 mmol時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(つプタン:酢酸エチル=1:1 で酢酸エチル)で精製し、標記化合物(17 mg, 8.4%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.89(2H,s), 4.31(2H,s), 4.52-4.58(2H,m), 5.33(2H,brs), 5.90-5.92(1H,m), 5.99(1H,s), 6.58-6.62(2H,m), 7.07-7.09(2 H,m), 7.25-7.38(5H,m), 7.48-7.52(1H,m).

なお、NH-CH2Phのアミノ基上のプロトンは、NMRチャート上では観測されなかった。

[1275] [実施例129]3-(3-(4-フェニルアミノ―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル) -ピリジン―2, 6-ジアミン

[1276] [化509]

製造例69-1-4に記載の(4-7ェニルアミノ-7ェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.576mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルー

ピリジン-2、6-ジアミン(48.9mg、0.367mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)の混合物に、トリエチルアミン(201 μ L、1.44mmol)を加えた。その混合物を室温で6.5時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(107mg、52%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.96(2H,s), 4.55(2H,brs), 5.34(2H,brs), 5. 69(1H,brs), 5.91-5.94(1H,m), 6.02(1H,s), 6.91-6.94(1H,m), 7.03-7.07(4H,m), 7.16-7.18(2H,m), 7.24-7.28(2H,m), 7.49-7.51(1H,m).

[1277] [実施例130]3-(3-(4-ブチル―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリ ジン―2,6-ジアミン

[1278] [化510]

製造例70-1-3に記載の(4-ブチル-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150 mg, 0.665 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(56.5 mg, 0.424 mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)溶液に、トリエチルアミン $(232 \, \mu \, \text{L}, 1.66 \text{mmol})$ を加えた。その混合物を室温で5時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー $(\sim 7 \text{y} \times 7 \text{y})$ -酢酸エチル= $1:1\sim$ 酢酸エチル)で精製し、標記化合物(66 mg, 31%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.90-0.94(3H,m), 1.30-1.40(2H,m), 1.55 -1.62(2H,m), 2.57-2.61(2H,m), 3.98(2H,s), 4.55(1H,brs), 5.34(2H,brs), 5.91 -5.93(2H,m), 6.00(1H,s), 7.14(2H,d,J=8.0Hz), 7.19(2H,d,J=8.0Hz), 7.48-7.50 (1H,m).

[1279] [実施例131]3-(3-(6-(3-フルオロ—フェノキシ)ーピリジン—3-イルメチル)

ーイソキサゾール―5ーイル)ーピリジン―2,6ージアミン

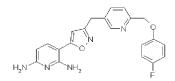
[1280] [化511]

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2, 6-ジアミン(10 mg、 $75 \mu \text{mol}$)と製造例71-1-4に記載の(6-(3-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロライド(42 mg、0. 15 mmol)のテトラヒドロフラン(2 mL)溶液にトリエチルアミン($21 \mu \text{L}$ 、0. 15 mmol)を加え、窒素雰囲気下、50 Cで1時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=20:1)にて精製し、標記化合物(27 mg、95%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.98(2H,s), 4.57(2H,s), 5.33(2H,s), 5.94(1 H,dd,J=0.73,8.2Hz), 6.01(1H,s), 6.86-6.94(4H,m), 7.31-7.37(1H,m), 7.49(1H,d,J=8.4Hz), 7.64(1H,dd,J=2.6,8.4Hz), 8.15(1H,d,J=2.6Hz).

[1281] [実施例132]3-(3-(6-(4-フルオロ―フェノキシメチル)-ピリジン―3-イルメ チル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1282] [化512]



後0℃で40分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物(43.0mg)を得た。この粗生成物(20.0mg)に、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(4.00mg、0.030mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(12.5 μ L、0.090mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(1.53mg、25.4%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

MS m/e(ESI) 392.18(MH⁺)

[1283] [実施例133]3-(3-(4-フェニルアミノメチル―ベンジル)-イソキサゾール―5 -イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1284] [化513]

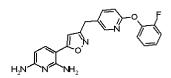
製造例73-1-6に記載の(4-フェニルアミノメチル―フェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.546mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(46.4mg、0.348mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(104 µ L、0.748mmol)を加えた。その混合物を室温で7時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1~1:2~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(26mg、13%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.00(2H,s), 4.31(2H,brs), 4.46(2H,brs), 5. 25(2H,brs), 5.90-5.92(1H,m), 5.99(1H,s), 6.62-6.64(2H,m), 6.69-6.73(1H,m), 7.15-7.20(2H,m), 7.25-7.27(1H,m), 7.32-7.34(2H,m), 7.47-7.49(1H,m).

なお、PhNHCH2のアミノ基上のプロトンは、NMRチャート上では観測されなかった

[1285] [実施例134]3-(3-(6-(2-フルオロ―フェノキシ)-ピリジン―3-イルメチル) -イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2,6-ジアミン

[1286] [化514]

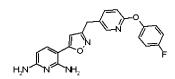


製造例74-1-4に記載の(6-(2-7)ルオローフェノキシ)ーピリジン-3ーイル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(28mg)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(10mg、0.075mmol)とトリエチルアミン $(21 \mu L, 0.15 mmol)$ を加え、室温で5時間攪拌した。同温で反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチルのみ)にて精製し、標記化合物(13mg、45%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.96(2H,s), 4.50(2H,brs), 5.27(2H,brs), 5. 93(1H,d,J=8.4Hz), 5.99(1H,s), 6.96(1H,d,J=8.6Hz), 7.16-7.23(4H,m), 7.48(1H,d,J=8.2Hz), 7.62(1H,dd,J=2.6,8.4Hz), 8.08(1H,d,J=2.6Hz).

[1287] [実施例135]3-(3-(6-(4-フルオロ―フェノキシ)-ピリジン―3-イルメチル) -イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2,6-ジアミン

[1288] [化515]



製造例75-1-4に記載の(6-(4-7)ルオローフェノキシ)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(25mg)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン<math>(8mg、0. 060m mol)とトリエチルアミン $(17\mu$ L、0. 12mmol)を加え、室温で5時間攪拌した。同温で反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、

減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)にて精製し、標記化合物(8.7mg、38%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.95(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.12(2H,brs), 6.41(1H,s), 7.00(1H,d,J=8.4Hz), 7.14-7.18(2H,m), 7.21-7.26(2H,m), 7.52(1H,d,J=8.4Hz), 7.78(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.12(1H,d,J=2.6Hz).

[1289] [実施例136]3-(3-(4-(チオフェン-3-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1290] [化516]

製造例77-1-4に記載の(4-(チオフェン-3- 4ルメトキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.532mmol)と製造例13-1-3に記載の<math>3- xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(45.2mg、0.339mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン $(185 \, \mu \, L, 1.33mmol)$ を加えた。その反応混合物を室温で1.5時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(73mg、36%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.87(2H,s), 5.06(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.81-5.83(1H,m), 6.11(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.94-6.96(2H,m), 7.15-7.17(1H, m), 7.20-7.22(2H,m), 7.50-5.56(3H,m).

[1291] [実施例137]3-(3-(4-シクロペンチルオキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5 -イル)-ピリジン―2.6-ジアミン

[1292] [化517]

製造例78-1-4に記載の(4-シクロペンチルオキシーフェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150 mg, 0.592 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(50.3 mg, 0.378 mmol)のテトラヒドロフラン(3 m L)溶液に、トリエチルアミン $(206 \mu L, 1.48 mmol)$ を加えた。その反応混合物を室温で1.5時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(つプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(64 mg, 31%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):1.56-1.58(2H,m), 1.67-1.68(4H,m), 1.88-1.89(2H,m), 3.86(2H,s), 4.76-4.77(1H,m), 5.79(2H,brs), 5.81-5.84(1H,m), 6.10(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.82-6.84(2H,m), 7.17-7.19(2H,m), 7.50-7.52 (1H,m).

[1293] [実施例138]3-(3-(4-(ピリジン—3-イルオキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—5-イル)-ピリジン—2, 6-ジアミン

[1294] [化518]

窒素雰囲気下、製造例76-1-3に記載の3-(4-(2-ニトローエチル)-フェノキシ)ーピリジン(819mg、3.35mmol)のメタノール(10.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(254mg、6.70mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(15.0ml)と無水テトラヒドロフラン(7.00ml)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(1.18mL、10.7mmol)を滴下し、その後室温で30分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に重曹水、酢酸エチルを加え、セライトを用いてろ過した。ろ液の有機層を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物(400mg)を得た。この粗生成物(150mg)、製造例13-1-3に記載の3-

エチニルーピリジンー2、6ージアミン(40.0mg、0.300mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(125 µ L、0.900mmol)を加え、60℃で3時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=3:1→5:1)で精製し、標記化合物(17.0mg、15.8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CD $_{3}$ OD) δ (ppm):3.96(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.84(1H,d,J=8.4 Hz), 6.12(2H,brs), 6.40(1H,s), 7.04(2H,d,J=8.8Hz), 7.36(2H,d,J=8.8Hz), 7.40-7.42(2H,m), 7.53(1H,d,J=8.4Hz), 8.35-8.38(2H,m).

[1295] [実施例139]3-(3-(4-シクロヘキシルオキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5 -イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1296] [化519]

製造例79-1-4に記載の(4-シクロヘキシルオキシーフェニル) - アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.56mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(47.6mg、0.357mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(195 μ L、1.4mmol)を加えた。その反応混合物を室温で4時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(83mg、41%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.24-1.41(3H,m), 1.46-1.52(3H,m), 1.79 -1.80(2H,m), 1.97-1.99(2H,m), 3.94(2H,s), 4.18-4.24(1H,b), 4.46(2H,brs), 5.25(2H,brs), 5.90-5.93(1H,m), 6.00(1H,s), 6.84-6.86(2H,m), 7.16-7.18(2H,m), 7.47-7.49(1H,m).

[1297] 「実施例140]3-(3-(4-(2-フラン-2-イル-エチル)-ベンジル)-イソキサ

368

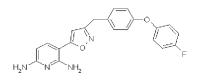
[1298] [化520]

製造例80-1-7に記載の(4-(2-フラン-2-イルーエチル)フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(100mg、0.38mmol)とテトラヒドロフラン(3mL)の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(25.3mg、0.19mmol)とトリエチルアミン(0.1mL、0.76mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチル加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1ついで酢酸エチル)で精製し標記化合物(50mg、72%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.88-2.98(4H,m), 3.98(2H,s), 4.47(2H,brs), 5.26(2H,brs), 5.91(1H,d,J=8.4Hz), 5.97(1H,d,J=3.2Hz), 5.99(1H,s), 6.27(1H,d,J=2.0,3.2Hz), 7.13(2H,d,J=8.0Hz), 7.23(2H,d,J=8.0Hz), 7.31(1H,d,J=2.0Hz), 7.47(1H,d,J=8.4Hz).

[1299] [実施例141]3-(3-(4-(4-フルオロ—フェノキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1300] [{k521]



窒素雰囲気下、製造例141-1-3に記載の $(4-(4-7)\nu$ オローフェノキシ)ーフェール)ーアセトヒドロキシモイル クロリド (290 mg, 1.04 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(40.0 mg, 0.300 mmol)のテトラヒドロフラン(5.00 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン $(105 \, \mu \, \text{L}, 0.750 \text{mmol})$ を加え、室温で16時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶

媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:へプタン=3:1→酢酸エチル)で精製し、標記化合物(38.1mg、33.7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.94(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.0Hz), 6.12(2H,brs), 6.39(1H,s), 6.95(2H,d,J=8.4Hz), 7.03-7.06(2H,m), 7.1 9-7.24(2H,m), 7.31(2H,d,J=8.4Hz), 7.52(1H,d,J=8.0Hz).

出発物質(4-(4-フルオローフェノキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1301] [製造例141-1-1]4-(4-フルオローフェノキシ) - ベンズアルデヒド

[1302] [化522]

$$\overset{\circ}{\text{H}}\overset{\circ}{\longleftarrow}\overset{\circ}{\text{h}}$$

窒素雰囲気下、4-フルオロフェノール(5.00g、44.6mmol)、4-フルオロベンズアルデヒド(4.00g、32.2mmol)、のN, N-ジメチルホルムアミド(40.0mL)溶液に、炭酸カリウム(13.4g、96.6mmol)を加え、80℃で21時間攪拌した。その後、反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:15→1:10)で精製し、標記化合物(6.60g、90.1%)を得た

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):7.02-7.11(6H,m), 7.85(2H,d,J=8.8Hz), 9. 91(1H,s).

[1303] [製造例141-1-2]4-(4-フルオロ-フェノキシ)-1-(2-ニトロ-エチル)-ベンゼン

[1304] [化523]

窒素雰囲気下、製造例141-1-1に記載の4-(4-フルオローフェノキシ)ーベンズアルデヒド(3.00g、48.4mmol)、酢酸(30.0mL)溶液に、室温でニトロメタン

(4.03g、66.0mmol)、酢酸アンモニウム(2.03g、26.4mmol)を加え、110℃で4時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物(3.4g)を得た。この粗生成物(3.4g)と酢酸(3.00mL)のジメチルスルホキシド(30.0mL)溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(793mg、21.0mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、適宜冷却しながら室温で水を滴下した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3→1:1)で精製し、標記化合物(1.80g、52.6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.21(2H,t,J=6.8Hz), 4.84(2H,t,J=6.8Hz), 6.93(2H,d,J=8.4Hz), 7.03-7.06(2H,m), 7.22(2H,t,J=8.8Hz), 7.29(2H,d,J=8.4Hz).

[1305] [製造例141-1-3](4-(4-フルオローフェノキシ) - フェニル) - アセトヒドロキシ モイル クロリド

[1306] [化524]

窒素雰囲気下、製造例141-1-2に記載の4-(4-フルオローフェノキシ)-1-(2-ニトローエチル)ーベンゼン(500mg、1.91mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に、室温でリチウムメトキシド(145mg、3.82mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(20.0mL)と無水テトラヒドロフラン(5.00mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78°C)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(525 μ L、4.78mmol)を滴下し、その後室温で30分間攪拌した。氷冷下(0°C)、反応混合物に水、酢酸エチル、を加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(500m

g、93.6%)を粗生成物として得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.80(2H,s), 6.95-6.97(2H,m), 7.05-7.08(2H,m), 7.21-7.27(4H,m), 11.73(1H,s).

[1307] [実施例142]3-(3-(4-(3-フルオロ—フェノキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—5-イル)-ピリジン—2, 6-ジアミン

[1308] [化525]

製造例81-1-2に記載の(4-(3-7)ルオローフェノキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(210 mg, 0.622 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(30.0 mg, 0.225 mmol)のテトラヒドロフラン(5.00 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン $(94.1 \mu \text{L}, 0.675 \text{mmol})$ を加え、室温で30分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(6 mm)でです。その容媒を減圧下留去精製し、標記化合物(29.0 mg, 34.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.84(1H,d,J=8.4Hz), 6.12(2H,brs), 6.41(1H,s), 6.79-6.81(1H,m), 6.84-6.87(1H,m), 6.93-6.98(1H,m), 7.03(2H,d,J=8.8Hz), 7.36(2H,d,J=8.4Hz), 7.39-7.43(1H,m), 7.53(1H,d,J=8.4Hz).

[1309] [実施例143]3-(3-(4-(2-(テトラヒドロフラン-2-イル)-エチル)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1310] [化526]

製造例82-1-6に記載の(4-(2-テトラヒドロフラン-2-イルーエチル)-フェ

ニル)-アセトビドロキシモイル クロリド(145mg、0.54mmol)とテトラヒドロフラン(3 mL)の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-エチニル-ピリジン-2、6-ジアミン(36mg、0.27mmol)とトリエチルアミン(0.15mL、1.08mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチルを加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル・ペプタン=1:1ついで酢酸エチル)で精製し標記化合物(76mg、77%)を得た。 1 H-NMR Spectrum(CDCl₃) δ (ppm):1.40-1.55(1H,m)、1.70-2.00(5H,m)、2.60-2.80(2H,m)、3.70-3.90(3H,m)、3.91(2H,s)、4.47(2H,brs)、5.26(2H,brs)、5.91(1H,d,J=8.4Hz)、5.99(1H,s)、7.16(2H,d,J=8.4Hz)、7.20(2H,d,J=8.4Hz)、7.47(1H,d,J=8.4Hz)、5.99(1H,s)、7.16(2H,d,J=8.4Hz)、7.20(2H,d,J=8.4Hz)、7.47(1H,d,J=8.4Hz)、5.99(1H,s)、7.16(2H,d,J=8.4Hz)、7.20(2H,d,J=8.4Hz)、7.47(1H,d,J=8.4Hz)、

[1311] [実施例144]3-(3-(4-(2-フルオロ—フェノキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—5-イル)-ピリジン—2, 6-ジアミン

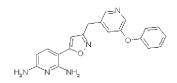
[1312] [化527]

製造例83-1-3に記載の(4-(2-7)ルオローフェノキシ)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(210 mg, 0.622 mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(30.0 mg, 0.225 mmol)のテトラヒドロフラン(5.00 mL)溶液に、室温でトリエチルアミン $(94.1 \mu \text{L}, 0.675 \text{mmol})$ を加え、室温16時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(6 mm)で、でででは、その溶媒を減圧下留去精製し、標記化合物(41.7 mg, 49.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.94(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.82-5.85(1H,m), 6.12(2H,brs), 6.39(1H,s), 6.92-6.95(2H,m), 7.13-7.24(3H,m), 7.30-7.32(2H,m), 7.35-7.41(1H,m), 7.51-7.54(1H,m).

[1313] [実施例145]3-(3-(5-フェノキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール -5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1314] [化528]



製造例145-1-4に記載の3-(2-ニトローエチル)-5-フェノキシーピリジン(210mg、0.860mmol)のメタノール(5mL)溶液にリチウム メトキサイド(65mg、1.72mmol)を加え、室温で25分間攪拌した。その反応混合物を減圧下濃縮した。その残渣のテトラヒドロフラン(5mL)と塩化メチレン(5mL)との懸濁液に、窒素雰囲気下、-78℃で四塩化チタン(IV)(236 μ L、2.15mmol)を加え、0℃で50分間攪拌した。反応混合物に0℃で炭酸水素ナトリウムと水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣のテトラヒドロフラン(4mL)溶液に製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6ージアミン(15mg、0.11mmol)とトリエチルアミン(240 μ L、1.72mmol)を加え、50℃で1時間15分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(5.6mg、1.1%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI)(MH^{\dagger}) 360.02(MH^{\dagger})$

出発物質3-(2-ニトローエチル)-5-フェノキシーピリジンは、以下の方法で合成 した。

[1315] 「製造例145-1-1]5-フェノキシーニコチニック アシッド メチル エステル

[1316] [化529]

5ーヒドロキシーニコチニック アシッド メチル エステル(903mg、5.90mmol)の テトラヒドロフラン(10mL)、N, Nージメチルホルムアミド(10mL)溶液に、0℃でジフェニルヨードニウム クロライド(1.87g、5.90mmol)、ポタシウム tーブトキサイド(662mg、5.90mmol)を加え、室温で2時間30分攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(1.11g、82%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.93(3H,s), 7.04-7.06(2H,m), 7.19-7.23(1H,m), 7.39-7.43(2H,m), 7.83(1H,dd,J=1.7,2.9Hz), 8.57(1H,d,J=2.9Hz), 8.95(1H,d,J=1.7Hz).

[1317] 「製造例145-1-2](5-フェノキシーピリジン-3-イル)ーメタノール

[1318] [化530]

水素化リチウムアルミニウム(689mg、14.5mmol、純度80%)のテトラヒドロフラン (20mL) 懸濁液に、0℃で製造例145-1-1に記載の5-フェノキシーニコチニック アシッド メチル エステル(1.11g、4.84mmol)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物に0℃で水(689 µ L)、5N 水酸化ナトリウム水溶液(689 µ L)、水(2.07mL)を順に加え、セライトを用いてろ過を行った。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて 精製し、標記化合物(756mg、78%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.77(1H,t,J=5.9Hz), 4.73(2H,d,J=5.9Hz), 7. 03-7.06(2H,m), 7.15-7.19(1H,m), 7.32-7.33(1H,m), 7.36-7.40(2H,m), 8.33-8.34(2H,m).

[1319] [製造例145-1-3]5-フェノキシーピリジン-3-カルバルデヒド

[1320] [化531]

製造例145-1-2に記載の(5-フェノキシーピリジン-3-イル) - メタノール(75 6mg、3.76mmol) の塩化メチレン(20mL) 溶液に二酸化マンガン(IV)(3.27g、37.6mmol) を加え、室温で2時間攪拌した。不溶物をセライトろ過により取り除いた後、そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1~1:1) にて精製し、標記化合物(607mg、81%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):7.06-7.08(2H,m), 7.22-7.26(1H,m), 7.41-7.45(2H,m), 7.64(1H,dd,J=1.7,2.9Hz), 8.66(1H,d,J=2.9Hz), 8.79(1H,d,J=1.7Hz), 10.1(1H,s).

[1321] 「製造例145-1-4]3-(2-ニトローエチル)-5-フェノキシーピリジン

[1322] [化532]

製造例145-1-3に記載の5-フェノキシーピリジン-3-カルバルデヒド(607mg、3.05mmol)の酢酸(15mL)溶液にニトロメタン(826 μ L、15.3mmol)と酢酸アンモニウム(470mg、6.10mmol)を加え、窒素雰囲気下、100℃で3時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣のジメチルスルホキサイド(10mL)と酢酸(1mL)との溶液に水素化ホウ素ナトリウム(182mg、4.58mmol)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物に、適宜冷却しながら室温で炭酸水素ナトリウムと水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで洗浄後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラ

フィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(210mg、28%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.34(2H,t,J=6.8Hz), 4.65(2H,t,J=6.8Hz), 7. 05-7.07(2H,m), 7.28-7.32(1H,m), 7.38(1H,s), 7.44-7.48(2H,m), 8.23-8.24(2H,m).

[1323] [実施例146]3-(3-(3-ピリジン-2-イル-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

「1324】「化533】

製造例84-1-3に記載の(3-(ピリジン―2-イル)―フェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(50mg)とテトラヒドロフラン(2mL)の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(6.0mg、0.045mmol)とトリエチルアミン(38 µ L、0.27mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。同温で反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)にて精製し標記化合物を粗体として得た。次いで、残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(3.7mg、14%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

MS m/e(ESI) 344.24(MH⁺)

[1325] [実施例147]3-(3-ビフェニル—3-イルメチル—イソキサゾール—5-イル)-ピ リジン—2,6-ジアミン

[1326] [化534]

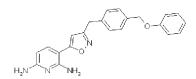
製造例85-1-3に記載のビフェニル-3-イルーアセトヒドロキシモイル クロリド(60mg)とテトラヒドロフラン(3mL)の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-エチ

ニルーピリジンー2、6ージアミン(15mg、0. 11mmol)とトリエチルアミン(94μ L、0. 68mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。同温で反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)にて精製し標記化合物を粗体として得た。次いで、残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0. 1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(32mg、62%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

MS m/e(ESI) 343.18(MH⁺)

[1327] [実施例148]3-(3-(4-フェノキシメチル―ベンジル)-イソキサゾール―5-イ ル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1328] [化535]



製造例86-1-5に記載の(4-7ェノキシメチル-7ェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.545mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(46.3mg、0.348mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(104 μ L、0.747mmol)を加えた。その反応混合物を室温で1時間攪拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(45mg、(22%))を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.03(2H,s), 4.46(2H,brs), 5.05(2H,s), 5.25 (2H,brs), 5.91-5.93(1H,m), 5.99(1H,s), 6.97-6.99(3H,m), 7.26-7.32(4H,m), 7.40-7.42(2H,m), 7.47-7.49(1H,m).

[1329] [実施例149]3-(3-(4-(3-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1330] [化536]

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

製造例149−1−4に記載の(4−(3−フルオローピリジン−2−イルオキシメチル) −フェニル) −アセトヒドロキシモイル クロライド(33mg、0.11mmol)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液に製造例13−1−3に記載の3−エチニルーピリジン−2,6−ジアミン(10mg、75 μ mol)とトリエチルアミン(21 μ L、0.15mmol)を加え、窒素雰囲気下、50℃で2時間25分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=20:1)にて精製し、標記化合物(27mg、92%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.23(2H,s), 5.80(2H,s), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(2H,s), 6.39(1H,s), 7.35(2H,d,J=8.2Hz), 7.39(1H,dd,J=4.6,8.2Hz), 7.43(2H,d,J=8.2Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz), 7.66(1H,dd,J=1.6,8.4Hz), 7.98(1H,dd,J=1.6,4.8Hz).

出発物質(4-(3-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセト ヒドロキシモイル クロライドは、以下の方法で合成した。

[1331] [製造例149-1-1]2-(4-ブロモーベンジルオキシ)-3-フルオローピリジン [1332] [化537]

(4ーブロモーフェニル) ーメタノール(1.56g、8.34mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(15mL)溶液に水素化ナトリウム(401mg、8.35mmol、50% in oil)を加え、室温で5分間攪拌した。続いて、その混合物に2ークロロー3ーフルオロピリジン(967mg、7.35mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(5mL)溶液を加え、室温

で1時間10分攪拌した。その反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した

。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、 ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(2.03g、98%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):5.13(2H,s), 7.17(1H,dd,J=4.4,8.1Hz), 7.20(1H,dd,J=2.0,8.1Hz), 7.34(2H,d,J=8.4Hz), 7.54(2H,d,J=8.4Hz), 8.02(1H,dd,J=2.0,4.4Hz).

[1333] [製造例149-1-2]4-(3-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)ーベンズ アルデヒド

[1334] [化538]

製造例149-1-1に記載の2-(4-ブロモーベンジルオキシ)-3-フルオローピリジン(2.03g、7.20mmol)のテトラヒドロフラン(40mL)溶液に、窒素雰囲気下、-78℃でn-ブチルリチウム(5.04mL、1.6Mへキサン溶液、7.92mmol)を加え、-78℃で45分間攪拌した。続いて、反応混合物に-78℃でN,N-ジメチルホルムアミド(725 μ L、9.36mmol)を加え、室温まで昇温させながら1時間10分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(887mg、53%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.26(2H,s), 7.17-7.26(2H,m), 7.64(2H,d,J=8.1Hz), 7.94(2H,d,J=8.0Hz), 8.05(1H,dd,J=1.8,4.4Hz), 10.0(1H,s).

[1335] [製造例149-1-3]3-フルオロ-2-(4-(2-ニトローエチル)-ベンジルオキシ)-ピリジン

[1336] [化539]

製造例149-1-2に記載の4-(3-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル) ーベンズアルデヒド(887mg、3.84mmol)の酢酸(20mL)溶液にニトロメタン(1.0 4mL、19.2mmol)、酢酸アンモニウム(592mg、7.68mmol)を加え、窒素雰囲気下、100℃で4時間30分攪拌した。反応混合物に0℃で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣のジメチルスルホキサイド(20mL)と酢酸(1mL)との溶液に水素化ホウ素ナトリウム(291mg、7.68mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応溶液に、適宜冷却しながら室温で炭酸水素ナトリウムと水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(674mg、64%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.33(2H,t,J=7.2Hz), 4.62(2H,t,J=7.2Hz), 5. 15(2H,s), 7.16(1H,dd,J=4.8,8.0Hz), 7.20(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 7.23-7.25(2H,m), 7.41(2H,d,J=8.4Hz), 8.00(1H,dd,J=1.6,4.4Hz).

[1337] [製造例149-1-4](4-(3-フルオローピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル)-アセトヒドロキシモイル クロライド

[1338] [化540]

製造例149-1-3に記載の3-フルオロ-2-(4-(2-ニトローエチル)ーベン ジルオキシ)ーピリジン(674mg、2.44mmol)のメタノール(10mL)溶液にリチウム メトキサイド(185mg、4.87mmol)を加え、室温で5分間攪拌した。反応混合物を 減圧下濃縮した。その残渣のテトラヒドロフラン (10mL)と塩化メチレン (10mL)との 懸濁液に、窒素雰囲気下、-78℃で四塩化チタン (IV) (590 μ L、5. 37mmol)を 加え、0℃で1時間攪拌した。反応混合物に0℃で水を加え、酢酸エチルで抽出した 。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、中 性シリカゲルを用いてろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物 (629mg、88 %)を得た。この化合物は、これ以上精製することなく次の反応に用いた。 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.82(2H,s), 5.17(2H,s), 7.17(1H,ddd,J=0.4, 4.8,8.0Hz), 7.23(1H,dd,J=1.6,8.0Hz), 7.32(2H,d,J=7.9Hz), 7.43(2H,d,J=7.9Hz), 7.64(1H,s), 8.01(1H,dd,J=1.7,4.6Hz).

[1339] [実施例150]3-(3-(3-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

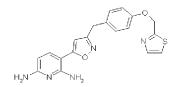
[1340] [化541]

窒素雰囲気下、製造例87-1-3に記載の2-(2-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)ーピリジン(500mg、1.81mmol)のメタノール(20.0m L)溶液に、室温でリチウムメトキシド(137mg、3.61mmol)を加え、室温で30分間 攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(15.0ml)と無水テトラヒドロフラン(7.00ml)を加えた。ドライアイス-エタノールバス下(-78℃)で反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(656 μ L、5.97mmol)を滴下し、その後室温で30分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に重曹水、酢酸エチルを加え、セライトを用いてろ過した。ろ液の有機層を酢酸エチルで抽出し、その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物(300mg)を得た。この粗生成物(150mg)、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(30.0mg、0.225mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(94.1 μ L、0.675mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽

出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: 1 PーNMR Spectrum (DMSO-d) 6 (ppm):3.90(2H,s), 5.22(2H,s), 5.80(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.8Hz), 6.12(2H,brs), 6.38(1H,s), 7.04(1H,d,J=8.4Hz), 7.15-7.23 (2H,m), 7.34-7.37(1H,m), 7.52(2H,d,J=8.0Hz), 7.85(1H,t,J=8.0Hz), 8.58(1H,d,J=8.8Hz).

[1341] [実施例151]3-(3-(4-(チアゾール-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1342] [化542]



製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾール-3-イルメチル)ーフェノール(50mg、0.18mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(35.4 μ L、0.18mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の懸濁液に、製造例88-1-2に記載の2-クロロメチルーチアゾール(28.4mg、0.21mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で3時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製して、標記化合物(43.0mg、64%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm): 3.89(2H,s), 5.41(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.8Hz), 6.11(2H,brs), 6.35(1H,s), 7.01(2H,d,J=8.8Hz), 7.24(2H,d,J=8.8Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz), 7.77(1H,d,J=3.6Hz), 7.83(1H,d,J=3.2Hz).

[1343] [実施例152]3-(3-(6-(3,4-ジフルオローベンジルオキシ)-ピリジン-3-

イルメチル) ーイソキサゾール―5ーイル) ーピリジン―2, 6ージアミン

[1344] [化543]

製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(40 mg、<math>0.30 mmol)と製造例89-1-1に記載の(6-(3,4-ジフルオローベンジルオキシ)-ピリジン<math>-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(140 mg、<math>0.45 mmol)を用いて実施例3と同様の手法により標記化合物(90 mg、<math>73%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.92(2H,s), 5.31(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.83(1H,dd,J=1.6,8.0Hz), 6.12(2H,brs), 6.40(1H,d,J=1.6Hz), 6.86(1H,d,J=8.0Hz), 7.28-7.34(1H,m), 7.39-7.47(1H,m), 7.48-7.56(2H,m), 7.65-7.70(1H,m), 8.14(1H,s).

[1345] [実施例153]3-(3-(6-(2,4-ジフルオロ―ベンジルオキシ)-ピリジン―3-イルメチル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2,6-ジアミン

[1346] [化544]

製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2、6-ジアミン(30 mg、<math>0.23 mmol)と製造例90-1-1に記載の(6-(2,4-ジフルオローベンジルオキシ)-ピリジン<math>-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド(110 mg、 0.34 mmol)を用いて実施例12と同様の手法により標記化合物(62 mg、67%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.92(2H,s), 5.34(2H,s), 5.81(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.0Hz), 6.12(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.83(1H,d,J=8.0Hz), 7.07-714(1 H,m), 7.25-7.33(1H,m), 7.51(1H,d,J=8.0Hz), 7.56-7.64(1H,m), 7.66(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.15(1H,d,J=2.0Hz).

[1347] [実施例154]3-(3-(6-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ピリジン-3-イルメ チル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン [1348] [化545]

製造例154-1-8に記載の(6-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーピリジン-3 ーイル)ーアセトヒドロキシモイル クロライド(24mg)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液 に製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6ージアミン(5.0mg、38 μ mol)とトリエチルアミン(13 μ L、94 μ mol)を加え、50°Cで1時間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=20:1)にて精製し、標記化合物(8.2mg、58%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.03(2H,s), 4.53(2H,s), 5.28(2H,s), 5.50(2 H,s), 5.92(1H,d,J=8.4Hz), 6.00(1H,s), 6.85-6.91(2H,m), 7.43(1H,d,J=7.9Hz), 7.47(1H,d,J=8.4Hz), 7.58-7.62(2H,m), 8.14-8.16(1H,m), 8.58(1H,d,J=2.4Hz).

出発物質(6-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロライドは、以下方法で合成した。

[1349] 「製造例154-1-1]6-ブロモーピリジン-3-カルバルデヒド

[1350] [化546]

2, 5-ジブロモピリジン(3.00g、12.7mmol)のジエチルエーテル(60mL)溶液に、窒素雰囲気下、-78℃でn-ブチルリチウム(7.99mL、1.6Mへキサン溶液、12.7mmol)を加え、-78℃で50分間攪拌した。続いて、反応混合物にN, N-ジメチルホルムアミド(1.18mL、15.2mmol)を加え、室温まで昇温させながら35分間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を

分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=3:1)にて精製し、標記化合物(1.56g、66%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):7.69(1H,dd,J=0.73,8.2Hz), 8.03(1H,dd,J=2.4,8.2Hz), 8.84(1H,dd,J=0.73,2.4Hz),10.1(1H,s).

[1351] 「製造例154-1-2]2-ブロモ-5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン

[1352] [化547]

製造例154-1-1に記載の6-ブロモーピリジン-3-カルバルデヒド(5.0g、27 mmol)のトルエン(100mL)溶液にエチレングリコール(3.0mL、54mmol)とpートルエンスルホン酸一水和物(512mg、2.7mmol)を加え、窒素雰囲気下、3時間40分間加熱還流した。反応混合物に室温で炭酸水素ナトリウムとび水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(6.0g、97%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.03-4.13(4H,m), 5.83(1H,s), 7.49-7.52(1H,m), 7.64-7.67(1H,m), 8.46(1H,d,J=2.4Hz).

[1353] [製造例154-1-3]5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン-2-カルバルデ ヒド

[1354] [化548]

製造例154-1-2に記載の2-ブロモ-5-[1, 3]ジオキソラン-2-イルーピリジン(4.77g、20.7mmol)のテトラヒドロフラン(100mL)溶液に、窒素雰囲気下、

-78℃でn-ブチルリチウム(14.3mL、1.6Mへキサン溶液、22.8mmol)を加え、-78℃で20分間攪拌した。続いて、反応混合物にN,N-ジメチルホルムアミド(1.92mL、24.8mmol)を加え、室温まで昇温させながら15分間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(1.73g、47%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.07-4.16(4H,m), 5.94(1H,s), 7.98(2H,s), 8.88(1H,s), 10.1(1H,s).

[1355] [製造例154-1-4](5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン-2-イル)ーメ タノール

[1356] [化549]

製造例154-1-3に記載の5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン-2-カルバルデヒド(1.73g、9.66mmol)のエタノール(20mL)とテトラヒドロフラン(20mL)との溶液に水素化ホウ素ナトリウム(731mg、19.3mmol)を加え、室温で25分間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2)にて精製し、標記化合物(1.37g、78%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.65(1H,s), 4.05-4.16(4H,m), 4.78(2H,s), 5.87(1H,s), 7.26-7.28(1H,m), 7.80(1H,dd,J=2.0,8.1Hz), 8.65(1H,d,J=2.0Hz).

[1357] [製造例154-1-5]5-[1,3]ジオキソラン-2-イル-2-(ピリジン-2-イルオ キシメチル) - ピリジン

[1358] [4½550]

製造例154-1-4に記載の(5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン-2-イル) ーメタノール(1.37g、7.56mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(40mL)溶液に水素化ナトリウム(333mg、8.32mmol、60% in oil)を加え、0℃で5分間攪拌した。続いて、反応混合物に2-フルオロピリジン(716 μ L、8.32mmol)を加え、50℃で45分間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1~1:1)にて精製し、標記化合物(1.51g、77%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.04-4.15(4H,m), 5.53(2H,s), 5.87(1H,s), 6.86-6.91(2H,m), 7.47(1H,d,J=8.1Hz), 7.58-7.63(1H,m), 7.79(1H,dd,J=2.0,8. 2Hz), 8.14-8.16(1H,m), 8.70(1H,d,J=2.0Hz).

[1359] [製造例154-1-6]6-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーピリジン-3-カルバルデヒド

[1360] [化551]

製造例154-1-5に記載の5-[1,3]ジオキソラン-2-イル-2-(ピリジン-2 ーイルオキシメチル)ーピリジン(1.51g、5.85mmol)のテトラヒドロフラン(15mL) とジメチルスルホキサイド(10mL)との溶液に5N 塩酸水溶液(3mL)を加え、室温 で25分間攪拌し、更に60℃で1時間20分間攪拌した。反応混合物に室温で5N 水酸化ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和 食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃 縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(603mg、48%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.61(2H,s), 6.90-6.94(2H,m), 7.26-7.66(2H,m), 8.12-8.14(1H,m), 8.17(1H,dd,J=2.0,8.1Hz), 9.05(1H,d,J=1.7Hz), 10.1(1 H,s).

[1361] [製造例154-1-7]5-(2-ニトローエチル)-2-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ピリジン

[1362] [化552]

製造例154-1-6に記載の6-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーピリジン-3
ーカルバルデヒド(504mg、2.35mmol)の酢酸(20mL)溶液にニトロメタン(635 μ
L、11.8mmol)と酢酸アンモニウム(363mg、4.71mmol)を加え、窒素雰囲気下、100℃で4時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣のジメチルスルホキサイド(25mL)と酢酸(2.5mL)との溶液に水素化ホウ素ナトリウム(178mg、4.71mmol)を加え、室温で25分間攪拌した。反応混合物に室温で炭酸水素ナトリウムと水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(93mg、15%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.38(2H,t,J=6.8Hz), 4.66(2H,t,J=6.8Hz), 5. 83(2H,s), 6.90-6.96(2H,m), 7.63-7.70(2H,m), 7.78(1H,dd,J=1.6,8.0Hz), 8.14(1H,dd,J=1.6,4.8Hz), 8.68(1H,d,J=1.2Hz).

[1363] [製造例154-1-8](6-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーピリジン-3-イル)

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678

ーアセトヒドロキシモイル クロライド

[1364] [化553]

製造例154-1-7に記載の5-(2-ニトローエチル)-2-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーピリジン(93mg、0.36mmol)のメタノール(5mL)溶液にリチウム メトキサイド(27mg、0.72mmol)を加え、室温で5分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。その残渣のテトラヒドロフラン(3mL)と塩化メチレン(3mL)との懸濁液に、窒素雰囲気下、-78℃で四塩化チタン(IV)(87 μ L、0.79mmol)を加え、0℃で2時間攪拌した。更に-78℃で四塩化チタン(IV)(50 μ L、0.46mmol)を加え、0℃で3時間攪拌した。反応混合物に0℃で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(24mg)を得た。この化合物は、これ以上精製することなく次の反応に用いた。

[1365] [実施例155]3-(3-(5-(4-フルオロ—フェノキシ—チオフェン—2-イルメチル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1366] [化554]

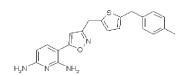
製造例91-1-4に記載の(5-(4-フルオローフェノキシ)ーチオフェン-2ーイル)アセトヒドロキシモイル クロリド(250mg、0.875mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(50.0mg、0.376mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(157 μ L、1.27mmol)を加え、60℃で3時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン

=2:1→3:1)で精製し、標記化合物(20.9mg、14.5%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.09(2H,s), 5.82(2H,brs), 5.84(1H,d,J=8.4Hz), 6.14(2H,brs), 6.44(1H,s), 6.51(1H,d,J=3.6Hz), 6.75(1H,d,J=3.6Hz), 7.13-7.16(2H,m), 7.19-7.25(2H,m), 7.54(1H,d,J=8.0Hz).

[1367] [実施例156]3-(3-(5-(4-メチル―ベンジル)-チオフェン―2-イルメチル) -イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1368] [化555]

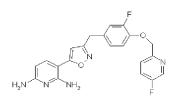


製造例92-1-5に記載の(5-(4-メチルーベンジル)ーチオフェン-2-イル) アセトヒドロキシモイル クロリド(250mg、0.894mmol)と製造例13-1-3に記載 の3-エチニルーピリジン-2、6-ジアミン(50.0mg、0.376mmol)のテトラヒドロ フラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(157 μ L、1.13mmol)を加え、6 0°Cで30分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機 層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧 下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン= 2:1→3:1)で精製し、標記化合物(49.8mg、35.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.25(3H,s), 4.01(2H,s), 4.07(2H,s), 5.80(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.13(2H,brs), 6.39(1H,s), 6.69(1H,d,J=3.2Hz), 7.78(1H,d,J=3.2Hz), 7.08-7.13(4H,m), 8.09(1H,d,J=8.4Hz).

[1369] [実施例157]3-(3-(3-フルオロ—4-(5-フルオロ—ピリジン—2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1370] [化556]



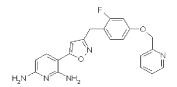
製造例94-1-3に記載の(3-フルオロ-4-(5-フルオローピリジン-2-イル

メトキシ) -フェニル) -アセトヒドロキシモイル クロリド(170mg、0.554mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニル-ピリジン-2、6-ジアミン(40.0mg、0.300mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(125 μ L、0.900mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: -プタン=2:1-3:1)で精製し、標記化合物(59.0mg、48.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.90(2H,s), 5.22(2H,s), 5.80(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(1H,brs), 6.38(1H,s), 7.05(1H,d,J=8.4Hz), 7.19-7.22 (2H,m), 7.51(2H,d,J=8.4Hz), 7.59-7.62(1H,m), 7.76-7.81(1H,m), 8.58(1H,d,J=2.8Hz).

[1371] [実施例158]3-(3-(2-フルオロ—4-(ピリジン—2-イルメトキシ)-ベンジル) -イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1372] [化557]



窒素雰囲気下、製造例95-1-3に記載の2-(3-フルオロ-4-(2-ニトローエチル) -フェノキシメチル) -ピリジン(400mg、1.45mmol)のメタノール(20.0m L)溶液に、室温でリチウムメトキシド(110mg、2.90mmol)を加え、室温で30分間 攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に無水ジクロロメタン(20.0mL)と無水テトラヒドロフラン(10.0mL)を加えた。ドライアイスーエタノールバス下(-78℃)で 反応混合物にチタニウム(IV)クロリド(510 μ L、4.64mmol)を滴下し、室温で60分間攪拌した。氷冷下(0℃)、反応混合物に水、酢酸エチル、テトラヒドロフランを加え、有機層を酢酸エチルで抽出した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ別した。そのろ液を減圧下濃縮し粗生成物(360mg)を得た。この粗生成物(180mg)と製造例13-1-3に記載の3-エ

チニルーピリジンー2、6ージアミン(40.0mg、0.300mmol)のテトラヒドロフラン(5.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(125μ L、0.900mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン= $2:1\rightarrow 3:1$)で精製し、さらに逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(3.20mg、1.72%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 392.19(MH^{+})$

[1373] [実施例159]3-(3-(4-(2-ピリジン-2-イル-エチル)-ベンジル)-イソキ サゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1374] [化558]

製造例93-1-8に記載の(4-(2-ピリジン-2-イルーエチル)ーフェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド 塩酸塩(780mg、2.51mmol)とジメチルホルムアミド(10mL)の混合物に、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2、6ージアミン(96mg、0.721mmol)とトリエチルアミン(1.05mL、7.53mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物に水、酢酸エチル加え、有機層を分離した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=4:6ついで酢酸エチル)で精製し得られた粗体をジエチルエーテルで洗浄し、標記化合物(80mg、30%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.00-3.10(4H,m), 3.98(2H,s), 4.46(2H,brs), 5.25(2H,brs), 5.91(1H,d,J=8.4Hz), 5.99(1H,s), 7.07(1H,d,J=7.6Hz), 7.12(1H,dd,J=6.0,7.6Hz), 7.15(2H,d,J=8.0Hz), 7.19(2H,d,J=8.0Hz), 7.48(1H,d,J=8.4Hz), 7.57(1H,t,J=7.6Hz), 8.56(1H,d,J=6.0Hz).

[1375] [実施例160] $3-(3-(1-(3-7)\nu)$ -1H-ピロール-3-4ルメ チル)-4ソキサゾール-5-4ル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1376] [化559]

製造例160-1-1に記載の1-(3-7)ルオローベンジル)-3-(2-2)ローエチル)-1Hーピロール(1.7g,6.9 mmol)を用いて製造例57-1-3と同様の手法により1-(3-7)ルオローベンジル)-1Hーピロール-3-7ル)-7セトヒドロキシモイル クロリド(1.1g)を得た。

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(40mg、0.30mmol)と上記の<math>1-(3-フルオローベンジル)-1Hーピロール-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(400mg、1.5mmol)を用いて実施例12と同様の手法により標記化合物(4.7mg、4.3%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.71(2H,s), 5.05(2H,s), 5.77(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.0Hz), 5.99(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.09(2H,brs), 6.35(1H,s), 6.72(1 H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.77(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.96-7.01(1H,m), 7.02(1H,d,J=8.0 Hz), 7.06-7.12(1H,m), 7.34-7.40(1H,m), 7.51(1H,d,J=8.0Hz).

出発物質1-(3-フルオローベンジル)-3-(2-ニトローエチル)-1H-ピロールは以下の方法で合成した。

[1377] [製造例160-1-1]1-(3-フルオローベンジル)-3-(2-ニトローエチル)-1H-ピロール

[1378] [化560]

1-(3-7)ルオローベンジル) -1Hーピロール-3-カルバルデヒド(2.9g、14m mol) を用い製造例57-1-1から製造例57-1-2と同様の手法により標記化合物

(1.7g、48%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.00(2H,t,J=6.8Hz), 4.67(2H,t,J=6.8Hz), 5.05(2H,s), 5.94(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.68(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.75(1H,dd,J=2.0,2.0Hz), 6.90-6.95(1H,m), 6.98(1H,d,J=8.0Hz), 7.06-7.12(1H,m), 7.33-7.49(1H,m).

[1379] [実施例161]3-(3-(6-フェニルスルファニル―ピリジン―3-イルメチル)-イソ キサゾール―5-イル)-ピリジン―2, 6-ジアミン

[1380] [化561]

製造例97-1-4に記載の(6-フェニルスルファニルーピリジン-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロライド(100mg、0.359mmol)と製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(15mg、0.13mmol)のテトラヒドロフラン(4mL)溶液にトリエチルアミン(55 μ L、0.40mmol)を加え、窒素雰囲気下、50℃で1時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、標記化合物(25mg、58%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.94(2H,s), 4.51(2H,s), 5.26(2H,s), 5.92(1 H,d,J=8.4Hz), 5.97(1H,s), 6.86(1H,d,J=8.4Hz), 7.37(1H,dd,J=2.4,8.2Hz), 7.43(3H,m), 7.46(1H,d,J=8.2Hz), 7.57-7.60(2H,m), 8.39(1H,d,J=2.4Hz).

[1381] [実施例162]3-(3-(4-(3-メトキシ―ベンジルオキシ)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

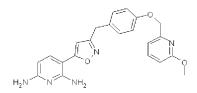
[1382] [化562]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾールー3ーイルメチル)ーフェノール(30mg、0.11mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(21.2 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の混合物に、3-メトキシベンジルクロリド(17.0mg、0.11mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で12時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製して、標記化合物(34.4mg、81%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.75(3H,s), 3.87(2H,s), 5.05(2H,s), 5.89(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.10(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.86-6.89(1H,m), 6.95(2H,d,J=8.8Hz), 6.98-7.02(2H,m), 7.21(2H,d,J=8.8Hz), 7.29(1H,dd,J=8.0,8.4Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz).

[1383] [実施例163]3-(3-(4-(6-メトキシーピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1384] [化563]



製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾール-3-イルメチル)ーフェノール(30mg、0.11mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(21.2 μ L、0.11mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の混合物に、製造例99-1-2に記載の2-クロロメチルー6-メトキシーピリジン(20.0mg、0.13mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無

水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製して、標記化合物(26.1mg、61%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.85(3H,s), 3.88(2H,s), 5.06(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.75(1H,dd,J=0.8,8.4Hz), 6.98(2H,d,J=8.8Hz), 7.05-7.08(1H,m), 7.20-7.24(2H,m), 7.51(1H,d,J=8.8Hz), 7.69-7.74(1H,m).

[1385] [実施例164]3-(3-(6-(ピリジン-3-イルオキシ)-ピリジン-3-イルメチル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1386] [化564]

製造例100-1-2に記載の5-(2-ニトロエチル)-2-(ピリジン-3-イルオキシ)ピリジン(157.0mg、0.64mmol)とメタノール(6mL)の混合物に、室温にてリチウムメトキシド(48.7mg、1.28mmol)を加え1時間攪拌した。次いで、この反応溶液を減圧下濃縮し白色固体を得た。この固体のジクロロメタン(4mL)とテトラヒドロフラン(2mL)の混合物に、窒素雰囲気下-78℃にて、四塩化チタン(155.0μL、1.41mmol)を加え、0℃にて3時間攪拌した。この反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣(30.7mg)、製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(15.4mg、0.12mmol)、テトラヒドロフラン(1mL)そしてジメチルスルホキシド(1mL)の混合物に、室温にて、トリエチルアミン(32.4μL、0.23mmol)を加え、55℃で1時間攪拌した。その反応混合物を室温まで冷却し、水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、さら

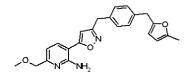
にプレパラティブ薄層クロマトグラフィー(NH シリカゲル、酢酸エチル)で精製し、標記化合物(3.6mg、9%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.98(2H,s), 4.52(2H,brs), 5.28(2H,brs), 5. 93(1H,d,J=8.4Hz), 6.01(1H,s), 6.96(1H,dd,J=0.4,8.4Hz), 7.34(1H,ddd,J=0.8,4.4,8.4Hz), 7.50-7.53(1H,m), 7.66(1H,dd,2.4,8.4Hz), 8.10(1H,dd,J=0.8,2.4Hz), 8.45 (1H,dd,J=1.2,1.6,4.8,5.2Hz), 8.50(1H,d,J=2.8Hz).

 $MS m/e(ESI) 361.05(MH^{+})$

[1387] [実施例165]6-メトキシメチル—3-(3-(4-(5-メチル—フラン—2-イルメチル)-ベンジル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1388] [化565]

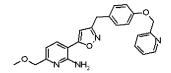


製造例46-1-6に記載の(4-(5-メチルーフラン-2-イルメチル)ーフェニル) ーアセトヒドロキシモイル クロリド(11mg、0.043mmol)とテトラヒドロフラン(1mL) の混合物に、室温で製造例26-1-7に記載の3-エチニルー6-メトキシメチルー ピリジン-2-イルアミン(6.5mg、0.035mmol)とトリエチルアミン(9.6 µ L、0.0 69mmol)を加え、40℃で3時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え 、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下溶媒留去した。残 渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:3)で精製し、 標記化合物(9.2mg、58%、純度84%)を原料の3-エチニルー6-メトキシメチル ーピリジン-2-イルアミンとの混じりとして得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.24(3H,s), 3.46(3H,s), 3.90(2H,s), 4.02(2 H,s), 4.42(2H,s), 5.46(2H,brs), 5.85-5.87(2H,m), 6.23(1H,s), 6.81(1H,d,J=7.9 Hz), 7.21(4H,s), 7.71(1H,d,J=7.9Hz).

[1389] [実施例166]6ーメトキシメチル―3ー(3ー(4ー(ピリジンー2ーイルメトキシ)ーベン ジル)ーイソキサゾール―5ーイル)ーピリジン―2ーイルアミン

[1390] [化566]



製造例166-1-1に記載の4-(5-(2-アミノー6-メトキシメチルーピリジン-3-イル)ーイソキサゾールー3ーイルメチル)ーフェノール(50mg, 0. 16mmol)のメタノール(1.5mL)溶液に、1N 水酸化ナトリウム水溶液(160 μ L, 0. 16mmol)を加え、減圧下濃縮した。得られた残渣に室温でN, N-ジメチルホルムアミド(1.5mL)を加え、同温で反応混合物に2-ピコリルクロリド(29mg, 0. 23mmol、2-ピコリルクロリド塩酸塩に5N 水酸化ナトリウム水溶液を加えて、2-ピコリルクロリドを調製した。)を加えた。同温で反応混合物を100分間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水と飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=4:1)で精製し、標記化合物(32mg、52%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.46(3H,s), 3.99(2H,s), 4.41(2H,s), 5.20(2 H,s), 5.43(2H,brs), 6.22(1H,s), 6.81(1H,d,J=7.9Hz), 6.95-6.97(2H,m), 7.19-7.24(3H,m), 7.52(1H,d,J=7.9Hz),7.69-7.73(2H,m),8.60(1H,d,J=4.2Hz).

出発物質4-(5-(2-アミノ-6-メトキシメチルーピリジン-3-イル)-イソキサゾ ール-3-イルメチル)-フェノールは、以下の方法で合成した。

[1391] [製造例166-1-1]4-(5-(2-アミノ-6-メトキシメチルーピリジン-3-イル) -イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール

[1392] [化567]

実施例26に記載の3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-6-メトキシメチル-ピリジン-2-イルアミン(30mg、0. 075mmol)とジクロロメタン(1mL)の混合物に、-78 $^{\circ}$ でボロン トリブロミド(220 $_{\mu}$ L、1mジクロロメタン溶液、0. 22mmol)を加え、0 $^{\circ}$ で1時間攪拌した。反応混合物を-78 $^{\circ}$ に冷

却し、同温でメタノールを加え、過剰のボロン トリブロミドをクエンチした。反応混合物を徐々に室温とし、反応混合物に室温で酢酸ナトリウム水溶液を加え中和後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1)で精製し、標記化合物(4.6mg、20%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.47(3H,s), 3.98(2H,s), 4.43(2H,s), 5.50(2 H,brs), 6.22(1H,s), 6.78-6.83(3H,m), 7.13-7.16(2H,m), 7.73(1H,d,J=7.9Hz)

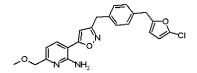
[1393] [実施例167]6-メトキシメチル―3-(3-(6-フェノキシ―ピリジン―3-イルメチル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1394] [化568]

製造例40-1-4に記載の(2-7ェ/キシーピリジン-5-イル)-アセトドロキシモイル クロライド(93mg, 0.36mmol)と製造例26-1-7に記載の3-xチニルー6-メトキシメチルーピリジンー2ーイルアミン(32mg, 0.20mmol)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液にトリエチルアミン $(55 \mu L, 0.39mmol)$ を加え、窒素雰囲気下、50℃で5時間25分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー $(\sim 7/9)$:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(54mg, 71%)を得た。 1 H-NMR Spectrum $(DMSO-d_6)$ δ (ppm):3.35(3H,s), 4.03(2H,s), 4.33(2H,s), 6.31(2H,s), 6.73(1H,d,J=7.7Hz), 6.83(1H,s), 7.00(1H,d,J=8.4Hz), 7.10-7.12(2H,m), 7.18-7.22(1H,m), 7.38-7.44(2H,m), 7.81(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 7.89(1H,d,J=7.9Hz), 8.15(1H,d,J=2.4Hz).

[1395] [実施例168]3-(3-(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-6-メトキシメチルーピリジン-2-イルアミン

[1396] [化569]



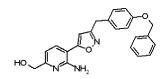
製造例62-1-6に記載の(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)ーフェニル) ーアセトヒドロキシモイル クロリド(25mg、0.088mmol)とテトラヒドロフラン(1mL) の混合物に、室温で製造例26-1-7に記載の3-エチニルー6-メトキシメチルー ピリジン-2-イルアミン(11mg、0.069mmol)とトリエチルアミン(19μL、0.14mmol)を加え、50℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物を粗体として得た。さらに、NHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1)で精製し、標記化合物(7.5mg、27%)を得た。

 $MS m/e(ESI) 410.10(MH^{+})$

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.46(3H,s), 3.90(2H,s), 4.03(2H,s), 4.42(2 H,s), 5.46(2H,brs), 5.98-5.99(1H,m), 6.04-6.05(1H,m), 6.24(1H,s), 6.81(1H, d,J=7.9Hz), 7.20(2H,d,J=8.1Hz), 7.23(2H,d,J=8.1Hz), 7.72(1H,d,J=7.9Hz).

[1397] [実施例169](6-アミノー5-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾ ールー5-イル)-メタノール

[1398] [化570]



製造例1−1−3に記載の4−ベンジルオキシーフェニルーアセトヒドロキシモイル クロリド(9.8mg、0.043mmol)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、室温で製造 例169−1−2に記載の(6−アミノー5−エチニルーピリジン−2−イル)ーメタノー ル(6.1mg、57%純度、0.024mmol)とトリエチルアミン(6.5 µ L、0.047mmol) を加え、50℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチ ルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆 相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物を粗体として得た。さらに、NHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(3.3mg、36%)を得た。

 $MS m/e(ESI) 388.01(MH^{+})$

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.00(2H,s), 4.63(2H,s), 5.05(2H,s), 5.52(2 H,brs), 6.22(1H,s), 6.63(1H,d,J=7.9Hz), 6.93-6.97(2H,m), 7.19-7.22(2H,m), 7.30-7.44(5H,m), 7.70(1H,d,J=7.9Hz).

出発物質(6-アミノ-5-エチニルーピリジン-2-イル)-メタノールは、以下の方法で合成した。

[1399] [製造例169-1-1]2-アミノ-6-ヒドロキシメチルーピリジン-3-カルバルデヒド

[1400] [化571]

製造例26-1-6に記載の2-アミノー6-メトキシメチルーピリジン-3-カルバルデヒド(57mg、0.34mmol)とジクロロメタン(2mL)の混合物に、-78℃でボロントリブロミド(1.0mL、1Mジクロロメタン溶液、1.0mmol)を加え、0℃で1時間攪拌した。反応混合物を-78℃とし、同温でメタノールを加え過剰の試薬をクエンチした。反応混合物を徐々に室温とし、28%アンモニア水溶液を加え中和した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=4:1)で精製し、標記化合物(18mg、34%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.40(2H,d,J=5.9Hz), 5.42(1H,t,J=5.9Hz), 6.86(1H,d,J=7.7Hz), 7.52(2H,brs), 8.00(1H,d,J=7.9Hz), 9.81(1H,s).

[1401] 「製造例169-1-2](6-アミノ-5-エチニルーピリジン-2-イル)ーメタノール

[1402] [化572]

製造例169-1-1に記載の2-アミノ-6-ヒドロキシメチルーピリジン-3-カルバルデヒド(16mg、0.11mmol)とメタノール(1.5mL)の混合物に、-10℃でジメチル (1-ジアゾ-2-オキソプロピル)ホスホネート(30mg、0.16mmol)および炭酸カリウム(23mg、0.17mmol)を加え、0℃で10分間攪拌し、さらに室温で6時間攪拌した。同温で反応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液および飽和食塩水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(13mg、47%、純度57%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.41(1H,s), 4.60(2H,s), 5.12(2H,brs), 6.56 (1H,d,J=7.5Hz), 7.56(1H,d,J=7.7Hz).

[1403] [実施例170]3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-6-メチルーピリジン-2-イルアミン

[1404] [化573]

製造例1-1-3に記載の4-ベンジルオキシ-フェニル アセトヒドロキシモイルクロリド(63mg、0.23mmol)、製造例170-1-5に記載の3-エチニル-6-メチルーピリジン-2-イルアミン(20mg、0.15mmol)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(42 μ L、0.30mmol)を加え、50℃で4時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、ろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製した後、更に逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(26mg、34%)をトリフルオロ酢酸

塩として得た。

 $MS m/e(ESI)(MH^{+}) 372.23(MH^{+})$

出発物質3-エチニル-6-メチルーピリジン-2-イルアミンは、以下の方法で合成した。

[1405] [製造例170-1-1]2-アミノ-6-クロロ—ニコチニック アシド エチル エステル [1406] [化574]

エタノール(20mL)に氷冷下で濃硫酸(10mL)と製造例26—1-1に記載の2-アミノー6ークロローニコチニック アシド(6.3g、27mmol、純度75%)を加え、65 $^{\circ}$ で終夜攪拌した。反応混合物を放冷後、炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて中和した。析出した固体をろ取し、標記化合物(4.1g,74%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.38(3H,t,J=7.1Hz), 4.34(2H,q,J=7.1Hz), 6. 62(1H,d,J=8.1Hz), 8.07(1H,d,J=8.1Hz).

[1407] [製造例170-1-2]2-アミノ-6-メチルーニコチニック アシッド エチル エス テル

[1408] [化575]

製造例170-1-1に記載の2-アミノ-6-クロローニコチニック アシッド エチル エステル(2.00g、7.78mmol)の1-メチルー2-ピロリジノン(20mL)溶液に、室温でテトラメチルチン(1.62mL、11.7mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(899mg、0.778mmol)を加え、窒素雰囲気下、130℃で5時間40分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、ろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=3:1)

にて精製した後、更にシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(670mg、48%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.38(3H,t,J=7.1Hz), 2.41(3H,s), 4.33(2H,q, J=7.1Hz), 6.49(1H,d,J=8.0Hz), 8.03(1H,d,J=8.0Hz).

[1409] [製造例170-1-3](2-アミノー6-メチルーピリジン-3-イル)ーメタノール

[1410] [化576]

水素化アルミニウムリチウム (706mg、14.9mmol、純度80%) のテトラヒドロフラン (12mL) 溶液に、0 で製造例 170-1-2 に記載の2-アミノー6-メチルーニコチニック アシッド エチル エステル (670mg、3.72mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物に0 で水 (706 μ L)、5 N 水酸化ナトリウム水溶液 (706 μ L)、水 (2.12mL) を順に加え、Celiteを用いてろ過を行った。ろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル:メタノール=10:1) にて精製し、標記化合物 (379mg、74%) を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):2.38(3H,s), 4.61(2H,s), 5.08(2H,s), 6.48(1 H,d,J=7.2Hz), 7.23(1H,d,J=7.2Hz).

[1411] [製造例170-1-4]2-アミノー6-メチルーピリジン-3-カルバルデヒド

[1412] [化577]

 J=7.9Hz), 9.80(1H,s).

[1413] [製造例170-1-5]3-エチニルー6-メチルーピリジン-2-イルアミン

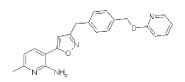
[1414] [化578]

ジイソプロピルアミン (439 μ L、3. 13mmol) のテトラヒドロフラン (5mL) 溶液に、窒素雰囲気下、-78℃でn-ブチルリチウム (1. 81mL、1. 6Mへキサン溶液、2. 89mmol) を加え、0℃で15分間攪拌した。続いて、反応混合物に-78℃でトリメチルシリルジアゾメタン (1. 81mL、2Mテトラヒドロフラン溶液、3. 62mmol) を加え、-78℃で30分間攪拌した。更に、反応混合物に製造例170-1-4に記載の2-7ミノー6-メチルーピリジン-3-カルバルデヒド (328mg、2. 41mmol) のテトラヒドロフラン (2mL) 溶液を-78℃で加え、徐々に-30℃まで昇温させながら25分間攪拌した。反応混合物に-78℃で酢酸 (414mL、7. 23mmol) を加え、徐々に室温まで昇温した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=2:1) にて精製し、標記化合物 (243mg、76%) を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.39(3H,s), 3.38(1H,s), 5.07(2H,s), 6.49(1 H,d,J=7.7Hz), 7.47(1H,d,J=7.7Hz).

[1415] [実施例171]6-メチル―3-(3-(4―ピリジン―2-イルオキシメチル)-ベンジ ル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1416] [{k579]



製造例170-1-5に記載の3-エチニル-6-メチルーピリジン-2-イルアミン(20mg、0.15mmol)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液に、室温で製造例2-1-5に記載の4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル-アセトヒドロキシモイル ク

ロリド(63mg、0.23mmol)、トリエチルアミン(42 µ L、0.30mmol)を加え、50℃で2時間50分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、ろ液を減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製後、更に逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(29mg、32%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI)(MH^{+}) 373.19(MH^{+})$

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.28(3H,s), 4.00(2H,s), 5.30(2H,s), 6. 17(2H,s), 6.54(1H,d,J=7.9Hz), 6.72(1H,s), 6.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.95-6.98(1H,m), 7.31(2H,d,J=8.4Hz), 7.39(2H,d,J=8.2Hz), 7.67-7.72(1H,m), 7.75(1H,d,J=7.9Hz), 8.14-8.15(1H,m).

[1417] [実施例172]5-クロロ—3-(3-(4-ピリジン—2-イルオキシメチル)ーベンジル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1418] [化580]

実施例2に記載の3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)ーピリジン-2-イルアミン(10.0mg、0.03mmol)とN, Nージメチルホルムアミド(1mL)の混合物にNークロロスクシイミド(3.7mg、0.03mmol)を加え、室温にて2時間攪拌した。次いで、この混合物を50℃にて1時間攪拌し、さらに室温にて14時間攪拌した。この反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(4.0mg、11%)をジトリフルオロ酢酸塩として得た。

 1 H-NMR Spectrum (CD₃OD) δ (ppm):4.08(2H,s), 5.34(2H,s), 6.69(1H,s), 6.93(

1H,d,J=8.4Hz), 6.99-7.02(1H,m), 7.33(2H,d,J=8.0Hz), 7.42(2H,d,J=8.0Hz), 7.7 5-7.79(1H,m), 7.96(1H,d,J=2.4Hz), 8.04(1H,d,J=2.8Hz), 8.12-8.17(1H,m). MS m/e(ESI) 393.03(MH⁺)

[1419] [実施例173]3-(3-(4-ベンジルオキシ―ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-5-フルオロ―ピリジン―2-イルアミン

[1420] [化581]

製造例173-1-2に記載の3-エチニル-5-フルオローピリジン-2-イルアミン(129mg、0.95mmol)と製造例1-1-3に記載の4-ベンジルオキシーフェニルーアセトヒドロキシモイル クロリド(314mg、1.14mmol)のテトラヒドロフラン(10mL)混合物に、室温にて、トリエチルアミン(264 μ L、1.90mmol)を加え、55℃で1時間攪拌し、さらに60℃で1時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標記化合物(212mg、60%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.08(2H,s), 6.24(2H,brs), 6.90(1H,s), 6.98(2H,d,J=8.0Hz), 7.24(2H,d,J=8.8Hz), 7.28-7.45(5H,m), 7.83 -7.90(1H,m), 8.10-8.12(1H,m).

出発物質3-エチニル-5-フルオローピリジン-2-イルアミンは以下の方法で合成した。

[1421] [製造例173-1-1] 5-フルオロ-3-ヨードーピリジン-2-イルアミン

[1422] [化582]

2-アミノー5-フルオロピリジン(2.0g、17.8mmol)とジメチルスルホキシド(50 mL)との混合物にN-ヨードスクシイミド(4.8g、21.4mmol)を加え、室温にて1時間攪拌した。さらにその混合物に酢酸を適量加え、同温で1時間攪拌し、さらに55℃にて3時間攪拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製して、標記化合物(751mg、18%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- d_{6}) δ (ppm):5.99(2H,brs), 8.05(1H,dt,J=2.8,8.0Hz), 8.80-8.81(1H,m).

[1423] [製造例173-1-2] 3-エチニル-5-フルオローピリジン-2-イルアミン

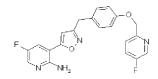
[1424] [化583]

製造例173-1-1に記載の5-フルオロ-3-ヨードーピリジン-2-イルアミン(751mg、3.16mmol)、トリメチルシリルアセチレン(874 μ L、6.32mmol)、ヨウ化銅(I)(60.2mg、0.32mmol)、N、Nージイソプロピルエチルアミン(1.07mL、6.32mmol)そしてNーメチルピロリジノン(15mL)の混合物にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(183mg、0.16mmol)を加え、窒素気流下、70℃にて3時間撹拌した。この反応溶液を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィーさらにシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製し、標記化合物(129mg、30%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):4.56(1H,s), 6.13(2H,brs), 7.56(1H,dd,J=3.2,8.8Hz), 7.97(1H,d,J=3.2Hz).

[1425] [実施例174]5-フルオロ-3-(3-(4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1426] [化584]



製造例174-1-1に記載の4-(5-(2-アミノ-5-フルオローピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(20.0mg、0.07mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(14.0 μ L、0.07mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、白色固体を得た。得られた固体とN,N-ジメチルホルムアミド(1mL)の混合物に、製造例41-1-2に記載の2-クロロメチル-5-フルオローピリジン(11.2mg、0.08mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間撹拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製し、標記化合物(24.7mg、89%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.98(2H,s), 5.16(2H,s), 6.25(2H,brs), 6.91(1H,s), 7.00(2H,d,J=8.8Hz), 7.26(2H,d,J=8.4Hz), 7.57-7.63(1H,m), 7.77(1 H,dt,J=2.8,8.8Hz), 7.87(1H,dd,J=2.8,9.2Hz), 8.12(1H,d,J=3.2Hz), 8.58(1H,d,J=3.6Hz).

出発物質4-(5-(2-アミノ-5-フルオローピリジン-3-イル)-イソキサゾール -3-イルメチル)-フェノールは以下の方法で合成した。

[1427] [製造例174-1-1] 4-(5-(2-アミノ-5-フルオローピリジン-3-イル)-イ ソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール

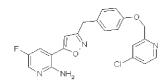
[1428] [化585]

実施例173に記載の3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾールー5-イル)-5-フルオローピリジン-2-イルアミン(180mg、0.48mmol)のトリフルオロ酢酸(5mL)溶液にチオアニソール(225 μ L、1.92mmol)を加え、室温で6時間攪拌した。反応液溶液に0℃で飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水および飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2~酢酸エチル)で精製し、標記化合物(134.0mg、98%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.91(2H,s), 6.24(2H,brs), 6.71(2H,d,J=8.8Hz), 6.87(1H,s),7.10(2H,d,J=8.8Hz), 7.86(1H,dd,J=2.8,9.2Hz), 8.11(1H,d,J=2.8Hz), 9.32(1H,brs).

[1429] [実施例175]3-(3-(4-(4-クロローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-5-フルオローピリジン-2-イルアミン

[1430] [化586]



製造例174-1-1に記載の4-(5-(2-アミノ-5-フルオローピリジン-3-イル)ーイソキサゾールー3ーイルメチル)ーフェノール(20.0mg、0.07mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(14.0μL、0.07mmol)を加え、1分間超音波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、白色固体を得た。得られた固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の混合物に、製造例51-1-2に記載の4-クロロメチルー2-クロロメチルーピリジン(11.4mg、0.07mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間撹拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標記化合物(24.3mg、84%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.98(2H,s), 5.18(2H,s), 6.24(2H,brs), 6.90(1H,s), 7.01(2H,d,J=7.2Hz), 7.26(2H,d,J=7.6Hz), 7.50-7.54(1H,m), 7.60-7.64(1H,m), 7.85-7.89(1H,m), 8.11-8.13(1H,m), 8.55-8.57(1H,m).

[1431] [実施例176]5-(3-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキ サゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1432] [化587]

製造例28-1-3に記載の5-エチニルーピリジン-2-イルアミン(300mg、2.5 4mmol)のテトラヒドロフラン(20mL)溶液に、製造例2-1-5に記載の4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーフェニルーアセトヒドロキシモイル クロリド(1.05g、3.81mmol)とトリエチルアミン(566 μ L、4.06mmol)を加え、50℃で2時間40分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)にて精製し、更にシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、標記化合物(196mg、22%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum(DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.96(2H,s), 5.30(2H,s), 6.47(1H,dd,J=0.73,8.6Hz), 6.50(2H,s), 6.55(1H,s), 6.83(1H,d,J=8.2Hz), 6.95-6.98(1H,m), 7.28(2H,d,J=8.1Hz), 7.38(2H,d,J=8.1Hz), 7.67-7.74(2H,m), 8.14-8.16(1H,m), 8.36(1H,d,J=2.4Hz).

[1433] [実施例177]5-(3-(4-(ピリジン—2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1434] [化588]

製造例177-1-1に記載の4-(5-(6-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサ

ゾールー3ーイルメチル)フェノール(150mg、0.561mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)とアセトン(3mL)との溶液に、室温で5N 水酸化ナトリウム水溶液(112μL、0 .561mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応混合物を減圧下濃縮し、淡褐色のナトリウム塩(162mg、定量的)を得た。得られたナトリウム塩(15mg、52μmol)のジメチルスルホキサイド(2mL)溶液に、2ーピコリルクロライドのテトラヒドロフラン溶液(2ーピコリルクロライド塩酸塩(10mg、62μmol)のテトラヒドロフラン(1mL)、飽和食塩水(1mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(13μL、62μmol)を加え、1分間攪拌した後、テトラヒドロフラン層を分離して調整した)を加え、65℃で30分間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=20:1)にて精製し、標記化合物(4.4mg、24%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 4.84(2H,s), 5.20(2H,s), 6.13(1H,s), 6.55(1H,dd,J=0.73,8.6Hz), 6.94-6.97(2H,m), 7.19-7.24(3H,m), 7.52(1H,d,J=7.9Hz), 7.71(1H,dt,J=1.8,7.7Hz), 7.78(1H,dd,J=2.4,8.6Hz), 8.42(1H,dd,J=0.73,2.4Hz), 8.59-8.60(1H,m).

出発物質4-(5-(6-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール-3-イルメチル)フェノールは、以下の方法で合成した。

[1435] [製造例177-1-1]4-(5-(6-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾールー 3-イルメチル)フェノール

[1436] [化589]

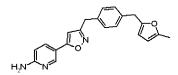
実施例28に記載の5-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾールー5-イル)-ピリジン-2-イルアミン(270mg、0.755mmol)のトリフルオロ酢酸(5mL)溶液に、<math>0Cでチオアニソール(355 μ L、3.02mmol)を加え、室温で1時間2

0分攪拌した。反応混合物に0℃で炭酸水素ナトリウムと水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、標記化合物(150mg、74%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.84(2H,s), 6.51(1H,d,J=8.8Hz), 6.53(1H,s), 6.57(2H,s), 6.70(2H,d,J=8.4Hz), 7.08(2H,d,J=8.4Hz), 7.76(1H,dd,J=2.4,8.8Hz), 8.37(1H,d,J=2.4Hz), 9.28(1H,s).

[1437] [実施例178]5-(3-(4-(5-メチル―フラン―2-イルメチル)-ベンジル)-イ ソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1438] [化590]



製造例46-1-6に記載の(4-(5-メチルーフラン-2-イルメチル)ーフェニル) ーアセトヒドロキシモイル クロリド(38mg、0.14mmol)とテトラヒドロフラン(1mL)の 混合物に、製造例28-1-3に記載の5-エチニルーピリジン-2-イルアミン(15 mg、0.13mmol)とトリエチルアミン(35 µ L、0.25mmol)を加え、50℃で3.5時 間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機 層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)に て精製後、得られた目的物と移動相との混合物にトリエチルアミンを加えて移動相を 塩基性とし、減圧下濃縮した。得られた残渣を水で洗浄して、標記化合物(5.1mg、12%)を得た。

 $MS m/e(ESI) 346.05(MH^{+})$

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.17(3H,s), 3.86(2H,s), 3.94(2H,s), 5.93(1H,s), 5.96(1H,s), 6.49-6.57(4H,m), 7.17(2H,d,J=7.9Hz), 7.23(2H,d,J=8.1Hz), 7.75(1H,d,J=7.1Hz), 8.38(1H,s).

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678 414

[実施例179]5-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキサ [1439] ゾール-5-イル)ーピリジン-2-イルアミン

[1440] [化591]

窒素雰囲気下、製造例12-1-5に記載の(2-ベンジルオキシーピリジン-5-イ ル) -アセトヒドロキシモイル クロリド (191mg、0.690mmol)と製造例28-1-3に 記載の5-エチニルーピリジン-2-イルアミン(40.0mg、0.339mmol)のテトラヒ ドロフラン(7.00mL)溶液に、室温でトリエチルアミン(142 μ L、1.02mmol)を加 え、60℃で3時間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。 有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を 減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタ ン= $1:1\rightarrow 2:1$)で精製し、標記化合物(15.7mg、12.9%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- d_{s}) δ (ppm):3.94(2H,s), 5.33(2H,s), 6.50(1H,dd,J= 0.8,8.8Hz), 6.53(2H,brs), 6.61(1H,s), 6.85(1H,d,J=8.4Hz), 7.31-7.39(3H,m), 7 .42 – 7.45(2H,m), 7.65(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 7.75(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.14(1H,d, J=2.0Hz), 8.38(1H,d,J=2.4Hz).

[実施例180]5-(3-(4-(ピリジン-4-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ルー5ーイル)ーピリジンー2ーイルアミン

[1442] [化592]

製造例177-1-1に記載の4-(5-(6-アミノーピリジン-3-イル)ーイソキサ ゾール-3-イルメチル)フェノール(150mg、0.561mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)、アセトン(3mL)溶液に、室温で5N 水酸化ナトリウム水溶液(112 u L、0.56 1mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応混合物を減圧下濃縮し、淡褐色の ナトリウム塩(162mg、定量的)を得た。得られたナトリウム塩(15mg、52 μ mol)のジ メチルスルホキサイド(1mL)溶液に、4ークロロメチルピリジンのテトラヒドロフラン溶液(4ークロロメチルピリジン塩酸塩(17mg、0.10mmol)のテトラヒドロフラン(1mL)、飽和食塩水(1mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(21 μ L、0.10mmol)を加え、1分間攪拌した後、テトラヒドロフラン層を分配して調整した)を加え、室温で2時間15分攪拌し、更に、60℃で1時間攪拌した。その反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)にて精製し、標記化合物(4.2mg、23%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.98(2H,s), 4.88(2H,s), 5.08(2H,s), 6.13(1 H,s), 6.56(1H,d,J=8.8Hz), 6.92(2H,d,J=8.6Hz), 7.22(2H,d,J=8.4Hz), 7.36(2H,d,J=5.5Hz), 7.78(1H,dd,J=2.4,9.0Hz), 8.42(1H,d,J=2.4Hz), 8.62(2H,d,J=6.0Hz).

[1443] [実施例181]5-(3-(6-フェノキシ―ピリジン―3-イルメチル)-イソキサゾール —5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1444] [化593]

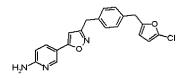
製造例28-1-3に記載の5-エチニルーピリジン-2-イルアミン(30mg、0.25 mmol)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液に、製造例40-1-4に記載の(2-フェノキシーピリジン-5-イル)-アセトヒドロキシモイル クロライド(100mg、0.381mmol)とトリエチルアミン(70.8 µ L、0.508mmol)を加え、50℃で8時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)にて精製し、標記化合物(26mg、30%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 6.48(1H,dd,J=0.73,8.6Hz), 6.52(2H,s), 6.61(1H,s), 6.97(1H,d,J=8.4Hz), 7.08-7.10(2H,m), 7.16-7.20(1H,d,J=8.4Hz), 7.08-7.10(2H,m), 7

,m), 7.37—7.41(2H,m), 7.72—7.77(2H,m), 8.11(1H,d,J=2.2Hz), 8.37(1H,dd,J=0.73,2.4Hz).

[1445] [実施例182]5-(3-(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)-ベンジル)-イソ キサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1446] [化594]



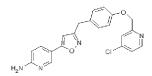
製造例62-1-6に記載の(4-(5-クロローフラン-2-イルメチル)ーフェニル) ーアセトヒドロキシモイル クロリド(25mg、0.088mmol)とテトラヒドロフラン(1mL) の混合物に、製造例28-1-3に記載の5-エチニルーピリジン-2-イルアミン(8 .0mg、0.068mmol)とトリエチルアミン(19 μ L、0.14mmol)を加え、50℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(1.6mg、4.9%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

MS m/e(ESI) 366.09(MH⁺)

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.93(2H,s), 3.98(2H,s), 6.24-6.25(1H,m), 6.34-6.35(1H,m), 6.71(1H,s), 6.76(1H,d,J=8.6Hz), 7.20(2H,d,J=7.9Hz), 7.25(2H,d,J=7.9Hz), 8.00(1H,d,J=8.6Hz), 8.42(1H,d,J=2.4Hz).

[1447] [実施例183]5-(3-(4-(4-クロローピリジン―2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1448] [化595]



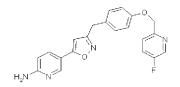
製造例177-1-1に記載の4-(5-(6-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサ ブール<math>-3-イルメチル) -フェノール (20. Omg、0. 07mmol) にテトラヒドロフラン (3mL) と5N 水酸化ナトリウム水溶液 (14. 9 μ L、0. 07mmol) を加え、1分間超音

波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、白色固体を得た。得られた固体とN,Nージメチルホルムアミド(1mL)の混合物に、製造例51-1-2に記載の4-クロロー2-クロロメチルーピリジン(13.3mg、0.08mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間撹拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標記化合物(7.2mg、25%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.89(2H,s), 5.15(2H,s), 6.47(1H,d,J=8 .8Hz), 6.50(2H,brs), 6.53(1H,s), 6.85(1H,s), 6.98(2H,d,J=8.4Hz), 7.21(2H,d,J=8.4Hz), 7.48(1H,dd,J=2.4,5.2Hz), 7.72(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 8.35(1H,d,J=2.4Hz), 8.54(1H,d,J=5.2Hz).

[1449] [実施例184]5-(3-(4-(5-フルオローピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

「1450] 「化596]



製造例177-1-1に記載の4-(5-(6-アミノーピリジン-3-イル)-イソキサ ゾール-3-イルメチル)-フェノール(20.0mg、0.07mmol)にテトラヒドロフラン(3mL)と5N 水酸化ナトリウム水溶液(14.9 μ L、0.07mmol)を加え、1分間超音 波を照射した。次いで、反応溶液を減圧下濃縮し、白色固体を得た。得られた固体と N,N-ジメチルホルムアミド(1mL)の混合物に、製造例41-1-2に記載の2-クロロメチル-5-フルオローピリジン(12.0mg、0.08mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(1mL)溶液を加え、60℃で1時間撹拌した。この反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標

記化合物(3.0mg、11%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.96(2H,s), 4.73(2H,brs), 5.16(2H,s), 6.12 (1H,s), 6.52(1H,d,J=8.8Hz), 6.93(2H,d,J=8.8Hz), 7.20(2H,d,J=8.8Hz), 7.42(1H,d t,J=2.8,8.4Hz), 7.49-7.55(1H,m), 7.75(1H,m), 8.42-8.44(2H,m).

[1451] [実施例185]5ー(3ー(6ー(2ーフルオロ―フェノキシ)ーピリジン―3ーイルメチル) ーイソキサゾール―5ーイル)ーピリジン―2ーイルアミン

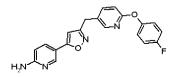
[1452] [化597]

製造例74-1-4に記載の(6-(2-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3-イル) ーアセトヒドロキシモイル クロリド(28mg)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、製造例28-1-3に記載の5-エチニルーピリジン-2-イルアミン(9.0mg、0.076 mmol)とトリエチルアミン(21 μ L、0.15mmol)を加え、50℃で5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(4.6mg、17%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.98(2H,s), 4.73(2H,brs), 6.14(1H,s), 6.54 (1H,dd,J=0.7,8.6Hz), 6.96(1H,d,J=8.4Hz), 7.14-7.26(4H,m), 7.63(1H,dd,J=2.6,8 .4Hz), 7.76(1H,dd,J=2.4,8.6Hz), 8.08(1H,dd,J=0.6,2.5Hz), 8.45(1H,d,J=2.4Hz).

[1453] [実施例186]5-(3-(6-(4-フルオロ—フェノキシ)-ピリジン—3-イルメチル) -イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1454] [化598]

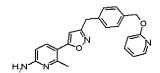


製造例75-1-4に記載の(6-(4-フルオローフェノキシ)ーピリジン-3-イル) -アセトヒドロキシモイル クロリド(25mg)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、製造例28-1-3に記載の5-エチニルーピリジン-2-イルアミン(6.0mg、0.051 mmol)とトリエチルアミン(14 µ L、0. 10mmol)を加え、50℃で5時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(3. 5mg、19%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.98(2H,s), 4.72(2H,brs), 6.15(1H,s), 6.54 (1H,dd,J=0.7,8.6Hz), 6.88(1H,d,J=8.6Hz), 7.05-7.12(4H,m), 7.62(1H,dd,J=2.6,8 .4Hz), 7.77(1H,dd,J=2.2,8.6Hz), 8.12(1H,d,J=2.6Hz), 8.45(1H,d,J=2.4Hz).

[1455] [実施例187]6-メチル―5-(3-(4-(ピリジン―2-イルオキシメチル)ーベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1456] [化599]



製造例2−1−5に記載の(4−(ピリジン−2−イルオキシメチル)−フェニル)−アセトヒドロキシモイル クロライド(55mg、0.20mmol)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、室温で製造例187−1−2に記載の5−エチニル−6−メチルーピリジン−2−イルアミン(20mg、0.15mmol)とトリエチルアミン(43 μ L、0.31mmol)を加え、50℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:2)で精製し、標記化合物(35mg、61%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):2.52(3H,s), 4.06(2H,s), 4.64(2H,brs), 5.36 (2H,s), 6.05(1H,s), 6.40(1H,d,J=8.4Hz), 6.79-6.81(1H,m), 6.87-6.90(1H,m), 7.31(2H,d,J=8.1Hz), 7.43(2H,d,J=7.9Hz), 7.56-7.60(1H,m), 7.74(1H,d,J=8.4Hz), 8.16-8.18(1H,m).

出発物質5-エチニル-6-メチルーピリジン-2-イルアミンは以下の方法で合成 した。 [1457] [製造例187-1-1]6-メチル-5-トリメチルシラニルエチニルーピリジン-2-イルアミン

[1458] [化600]

6-アミノー3-ブロモー2ーメチルピリジン(200mg、1.0mmol)、トリメチルシリルアセチレン(0.22mL、1.6mmol)、ヨウ化銅(I)(9.9mg、0.052mmol)、1,4-ジオキサン(1.5mL)の混合物にビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II) クロリド(73mg、0.10mmol)を加え、窒素気流下、100℃で3時間30分撹拌した。反応混合物を室温とし、反応混合物に同温で水と酢酸エチルを加え、セライトを用いてろ過した。ろ液の有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄した。減圧下濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標記化合物(140mg、57%、純度86%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.24(9H,s), 2.50(3H,s), 4.59(2H,brs), 6.26 (1H,d,J=8.2Hz), 7.44(1H,d,J=8.4Hz).

[1459] 「製造例187-1-2]5-エチニル-6-メチルーピリジン-2-イルアミン

[1460] [化601]

製造例187-1-1に記載の6-メチルー5-トリメチルシラニルエチニルーピリジン-2-イルアミン(450mg、1.9mmol)とメタノール(5mL)の混合物に、室温で炭酸カリウム(390mg、2.8mmol)を加え、同温で30分間撹拌した。反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)で精製し標記化合物(20mg、88%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):2.52(3H,s), 3.24(1H,s), 4.58(2H,brs), 6.29

(1H,d,J=8.4Hz), 7.47(1H,d,J=8.4Hz).

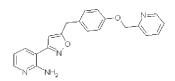
[1461] [実施例188]5-(3-(4-ベンジルオキシ—ベンジル)-イソキサゾール—5-イル)-6-メチル—ピリジン—2-イルアミン

[1462] [化602]

製造例1-1-3に記載の4-ベンジルオキシーフェニルーアセトヒドロキシモイルクロリド (59mg、0. 21mmol)とテトラヒドロフラン (1mL)の混合物に、室温で製造例 187-1-2に記載の5-エチニルー6-メチルーピリジンー2-イルアミン (22mg、0. 16mmol)とトリエチルアミン (46 μ L、0. 33mmol)を加え、50℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温とし、同温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=1:2)で精製し、標記化合物 (35mg、57%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) $_3$ δ (ppm):2.52(3H,s),3.99(2H,s),4.60(2H,brs),5.05(2H,s),6.04(1H,s),6.39-6.41(1H,m),6.92-6.96(2H,m),7.19-7.23(2H,m),7.30-7.44(5H,m),7.75(1H,d,J=8.4Hz).

[1463] [実施例189]3-(5-(4-(ピリジン—2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル—3-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1464] [化603]



製造例189-1-2に記載の5-2ロロ-3-(5-(4-(ピリジン-2-4))ルメトキシ) -ベンジル)-イソキサゾール-3-4ル)-ピリジン-2-4ルアミン(141 mg、0.359 mmol) の<math>1-メチル-2-ピロリジノン(4mL)溶液に、テトラキス(トリフェニルホスフィン) パラジウム(0) (42mg、36 μ mol)、ギ酸(20 μ L、0.58 mmol)をしてN,N-ジイソプロピルエチルアミン(193 μ L、1.08 mmol)を加え、窒素雰囲気下、100℃で5時間35分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した

。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、 ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製した後、更にNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=10:1)にて精製し、標記化合物(8.3mg、6.5%)を得た。

 $MS m/e(ESI)(MH^{+}) 359.24(MH^{+})$

¹H−NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.07(2H,s), 5.21(2H,s), 6.24(1H,s), 6.25(2 H,s), 6.66(1H,dd,J=4.9,7.7Hz), 6.96−7.00(2H,m), 7.20−7.25(3H,m), 7.52(1H,d ,J=7.9Hz), 7.64(1H,dd,J=1.7,7.5Hz), 7.72(1H,dt,J=1.8,7.7Hz), 8.11(1H,dd,J=1.7,4.8Hz), 8.59−8.61(1H,m).

出発物質5-クロロ-3-(5-(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール-3-イル)-ピリジン-2-イルアミンは、以下の方法で合成した。

[1465] [製造例189-1-1]4-(3-(2-アミノ-5-クロローピリジン-3-イル)-イソキ サゾール-5-イルメチル)-フェノール

[1466] [1/c604]

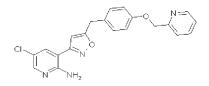
製造例29-2-3に記載の3-(5-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-3-イル)-5-クロローピリジン-2-イルアミン(304mg、0.776mmol)のトリフルオロ酢酸(6mL)溶液に、0℃でチオアニソール(364mL、3.10mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物に0℃で炭酸水素ナトリウムと水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:メタノール=20:1)にて精製し、標記化合物(146mg、62%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):4.07(2H,s), 6.74(2H,d,J=8.4Hz), 6.98(

1H,s), 7.07(2H,s), 7.12(2H,d,J=8.4Hz), 8.09(1H,d,J=2.6Hz), 8.13(1H,d,J=2.6Hz), 9.36(1H,s).

[1467] [製造例189-1-2]5-クロロ-3-(5-(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾール<math>-3-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1468] [化605]



製造例189-1-1に記載の4-(3-(2-アミノ-5-クロローピリジン-3-イル) -イソキサゾール-5-イルメチル) -フェノール(146mg、0.484mmol)のテトラヒドロフラン(4mL)溶液に、室温で5N 水酸化ナトリウム水溶液(96.8 μ L、0.484mmol)を加え、1分間超音波を照射した。反応混合物を減圧下濃縮し、ナトリウム塩を得た。得られたナトリウム塩のN、Nージメチルホルムアミド(5mL)溶液に、2-ピコリルクロライドのテトラヒドロフラン溶液(2-ピコリルクロライド塩酸塩(198mg、1.21mmol)のテトラヒドロフラン溶液(2ーピコリルクロライド塩酸塩(198mg、1.21mmol)のテトラヒドロフラン(2mL)、水(2mL)溶液に、5N 水酸化ナトリウム水溶液(242 μ L、1.21mmol)を加え、1分間攪拌した後、テトラヒドロフラン層を分配して調整した)を室温で加え、60℃で2時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(141mg、74%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.08(2H,s), 5.22(2H,s), 6.22(1H,s), 6.25(2 H,s), 6.99(2H,d,J=8.6Hz), 7.22(2H,d,J=8.1Hz), 7.26-7.31(1H,m), 7.54(1H,d,J=6.4Hz), 7.60(1H,d,J=2.4Hz), 7.73(1H,dt,J=1.8,7.9Hz), 8.07(1H,d,J=2.4Hz), 8.61 (1H,d,J=4.9Hz).

[1469] [実施例190]2-メチル―5-(3-(4-(ピリジン―2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサゾール―5-イル)-ピリジン

[1470] [化606]

製造例190-1-1に記載の5-エチニル-2-メチルーピリジン(10mg、85 µ m ol)のテトラヒドロフラン(2mL)溶液に、製造例2-1-5に記載の4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニルーアセトヒドロキシモイル クロリド(31mg、0.11mmol)とトリエチルアミン(18 µ L、0.13mmol)を加え、50℃で2時間30分攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1)にて精製し、標記化合物(14mg、46%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):2.52(3H,s), 4.05(2H,s), 5.32(2H,s), 6.85(1H,d,J=8.2Hz), 6.96(1H,s), 6.98(1H,dd,J=5.1, 6.6Hz), 7.33(2H,d,J=8.1Hz), 7.39-7.43(3H,m), 7.69-7.74(1H,m), 8.10(1H,dd,J=2.2,8.1Hz), 8.17(1H,dd,J=2.0,5.1Hz), 8.91(1H,d,J=2.2Hz).

出発物質5-エチニル-2-メチルーピリジンは、以下の方法で合成した。

[1471] [製造例190-1-1]5-エチニル-2-メチルーピリジン

[1472] [化607]

5ーブロモー2ーメチルーピリジン(1.00g、5.81mmol)の1ーメチルー2ーピロリジノン(20mL)溶液に、トリメチルシリルアセチレン(1.23mL、8.72mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(134mg、0.116mmol)、ヨウ化銅(I)(44.3mg、0.232mmol)そしてN、Nージイソプロピルエチルアミン(2.02mL、11.6mmol)を加え、窒素雰囲気下、室温で13時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリ

カゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=5:1)にて精製し、5ーブロモー2ーメチルーピリジン及び2ーメチルー5ートリメチルシラニルエチニルーピリジンの混合物(656mg)を得た。続いて、その混合物(656mg)のメタノール(10mL)溶液に、炭酸カリウム(956mg、6.92mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物に室温で水を加え、ジエチルエーテルで抽出した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、その残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、標記化合物(166mg、25%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.57(3H,s), 3.17(1H,s), 7.12(1H,d,J=8.1Hz), 7.66(1H,dd,J=2.0,8.1Hz), 8.61(1H,d,J=1.8Hz).

[1473] [実施例191]3-(1-(6-ベンジルオキシーピリジン—3-イルメチル)-1H-ピ ラゾール—4-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1474] [化608]

窒素雰囲気下、製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2-イルアミン(20.0mg、0.125mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(5.00mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(5.50mg、0.138mmol、60%inoil)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、その混合物に製造例191-1-2に記載の2-ベンジルオキシ-5-クロロメチルーピリジン(49.7mg、0.213mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1→酢酸エチル)で精製し、標記化合物(31.3mg、70.1%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.30(2H,s), 5.34(2H,s), 5.61(2H,brs), 6.61(1H,dd,J=4.8,7.2Hz), 6.87(1H,d,J=8.0Hz), 7.31-7.39(3H,m), 7.42-7.44(2

H,m), 7.48(1H,dd,J=1.6,7.2Hz), 7.72(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 7.75(1H,d,J=0.8Hz), 8.87(1H,dd,J=2.0,4.8Hz), 8.18(1H,d,J=0.8Hz), 8.20(1H,d,J=2.8Hz).

出発物質2-ベンジルオキシ-5-クロロメチルーピリジンは以下の方法で合成した。

[1475] 「製造例191-1-1](6-ベンジルオキシーピリジン-3-イル)ーメタノール

[1476] [化609]

窒素雰囲気下、製造例12-1-2に記載の6-ベンジルオキシーピリジン-3-カルバルデヒド(2.00g、9.38mmol)のメタノール(20.0mL)溶液に氷冷下(<math>0C)で水素化ホウ素ナトリウム(426mg、11.3mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応溶液に室温で水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(1.84g、91.1%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.55(2H,s), 5.39(2H,s), 6.82(1H,d,J=8.4Hz), 7.30-7.45(5H,m), 7.63-7.66(1H,m), 8.16(1H,d,J=2.4Hz).

[1477] [製造例191-1-2]2-ベンジルオキシ-5-クロロメチルーピリジン

[1478] [化610]

窒素雰囲気下、製造例191-1-1に記載の(6-ベンジルオキシーピリジン-3- イル) -メタノール(1.80g、8.36mmol) のジクロロメタン(4.00mL) 溶液に氷冷下 $(0^{\circ}C)$ で塩化チオニル $(732\,\mu\,L,10.0mmol)$ を滴下し、室温で5分間攪拌した。反応溶液に室温で重曹水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(1.70g、87.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.60(2H,s), 5.37(2H,s), 6.80(1H,d,J=8.4Hz

), 7.31-7.46(5H,m), 7.61-7.63(1H,m), 8.11(1H,d,J=2.4Hz).

[1479] [実施例192]3-(1-(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-1H-ピラゾ ール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1480] [化611]

2-(4-クロロメチルーフェノキシメチル) - ピリジンは、製造例203-1-1に記載の4-(ピリジン-2-イルメトキシ) - ベンズアルデヒドから製造例191-1-1および製造例191-1-2と同様の方法で得た。

窒素雰囲気下、製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2-イルアミン(20.0mg、0.125mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(5.00mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(5.50mg、0.138mmol、60% inoil)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、その混合物に製造例30-1-1に記載の2-(4-クロロメチルーベンジルオキシ)ーピリジン(49.7mg、0.213mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1→酢酸エチル)で精製し、標記化合物(21.9mg、49.0%)を得た。

2-(4-クロロメチルーフェノキシメチル)ーピリジン

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.56(2H,s), 5.21(2H,s), 6.95-6.99(2H,m), 7.21-7.23(1H,m), 7.29-7.32(2H,m), 7.49-7.51(1H,m), 7.69-7.73(1H,m), 8 .59-8.61(1H,m)

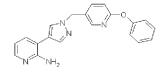
標記化合物

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):5.16(2H,s), 5.26(2H,s), 5.59(2H,brs), 6.61 (1H,dd,J=5.2,7.2Hz), 6.99-7.02(2H,m), 7.26-7.29(2H,m), 7.32-7.35(1

H,m), 7.46-7.50(2H,m), 7.74(1H,s), 7.80-7.84(1H,m), 7.84-7.87(1H,m), 8.1 3(1H,d,J=1.2Hz), 8.55-8.58(1H,m).

[1481] [実施例193]3-(1-(6-フェノキシ―ピリジン―3-イルメチル)-1H-ピラゾー ル―4-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1482] [化612]



窒素雰囲気下、製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾールー4-イル)ーピリジン-2-イルアミン(20.0mg、0.125mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(5.00mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(5.50mg、0.138mmol、60%in oil)を加え、室温で10分間攪拌した。その後、その混合物に製造例193-1-2に記載の5-クロロメチルー2-フェノキシーピリジン(49.7mg、0.226mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1→酢酸エチル)で精製し、標記化合物(25.0mg、58.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):5.34(2H,s), 5.62(2H,brs), 6.61(1H,dd, J=4.8,7.6Hz), 7.01(1H,d,J=8.4Hz), 7.10-7.12(2H,m), 7.19-7.23(1H,m), 7.39-7.43(2H,m), 7.48(1H,dd,J=2.0,7.2Hz), 7.67(1H,s), 7.83(1H,dd,J=2.4,8.4Hz), 7.87(1H,dd,J=2.0,5.2Hz), 8.16(1H,d,J=2.8Hz), 8.19(1H,s).

出発物質5-クロロメチル-2-フェノキシーピリジンは以下の方法で合成した。

「1483] 「製造例193-1-1](6-フェノキシーピリジン-3-イル)ーメタノール

[1484] [化613]

窒素雰囲気下、製造例40-1-1に記載の5-ブロモ-2-フェノキシーピリジン(

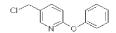
1. 02g、4. 08mmol)のジエチルエーテル(30. 0mL)溶液に、ドライアイスーエタノ ールバス下 (-78°) でn-ブチルリチウム(2.55M n-ヘキサン溶液、1.92mL、

4. 90mmol)を滴下し、-78℃で30分間攪拌した。その後、N, N-ジメチルホルム アミド (378 µ L、4. 90mmol)を滴下し、-78℃で10分間攪拌した。その後、水素 化ホウ素ナトリウム(309mg、8. 16mmol)、メタノール(15. 0mL)を加え、室温で2 0分間攪拌した。反応溶液を室温に戻し水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層 を飽和食塩水で洗浄し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1)で精製し、標記化合物(2.93g、66.5%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.62(2H,s), 6.88(1H,d,J=8.4Hz), 7.10-7.1 3(2H,m), 7.18-7.22(1H,m), 7.37-7.41(2H,m), 7.70-7.73(1H,m), 8.12-8.13(1.4)H,m).

「製造例193-1-2]5-クロロメチル-2-フェノキシーピリジン

[1486] [化614]

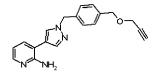


窒素雰囲気下、製造例193-1-1に記載の(6-フェノキシーピリジン-3-イル))で塩化チオニル(333 μ L、4. 56mmol)を滴下し、室温で5分間攪拌した。反応溶 液に室温で重曹水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、 それを無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去し、標記化合物(45 Omg、89.8%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₂) δ (ppm):4.55(2H,s), 6.91(1H,d,J=8.8Hz), 7.12-7.1 5(2H,m), 7.20-7.24(1H,m), 7.38-7.43(2H,m), 7.72-7.75(1H,m), 8.17(1H,d,2). 4Hz).

[1487]「実施例194]3-(1-(4-プロプ-2-イニルオキシメチル-ベンジル)-1H-ピ ラゾール-4-イル) -ピリジン-2-イルアミン

[1488] [化615]

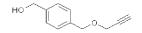


製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2-イルアミン(30mg、0. 19mmol)とテトラヒドロフラン(1mL)の混合物に、0℃で水素化ナトリウム(12mg、0. 24mmol、50% in oil)を加え、次いでN, Nージメチルホルムアミド(1mL)を加えた。反応混合物を室温で10分間攪拌後、反応混合物に0℃で製造例194-1-2に記載の1-クロロメチルー4ープロプー2ーイニルオキシメチルーベンゼン(47mg、0. 24mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=4:1)で精製し、標記化合物(37mg、62%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):2.47(1H,t,J=2.4Hz), 4.18(2H,d,J=2.4Hz), 4. 56(2H,brs), 4.61(2H,s), 5.35(2H,s), 6.70(1H,dd,J=5.0,7.4Hz), 7.28(2H,d,J=8.2Hz), 7.36-7.40(3H,m), 7.58(1H,d,J=0.7Hz), 7.74(1H,d,J=0.9Hz), 8.01(1H,dd,J=1.8,4.9Hz).

出発物質1-クロロメチル-4-プロプ-2-イニルオキシメチル-ベンゼンは以下の方法で合成した。

[1489] [製造例194—1-1](4-プロプ-2-イニルオキシメチル-フェニル) - メタノール [1490] [化616]



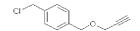
水素化ナトリウム(400mg、8.4mmol、50% in oil)とテトラヒドロフラン(30mL) の混合物に、0℃で1,4ーベンゼンジメタノール(2.3g、17mmol)を加え、次いで、N,Nージメチルホルムアミド(30mL)を加えた。反応混合物を室温で10分間攪拌後、反応混合物に0℃でプロパルギル ブロミド(1.0g、8.4mmol)を滴下した。反応混合物を室温で1時間攪拌後、反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルカラム

クロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=3:2)で精製し、標記化合物(860mg、58%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.64(1H,t,J=6.0Hz), 2.47(1H,t,J=2.4Hz), 4.18(2H,d,J=2.4Hz), 4.62(2H,s), 4.70(2H,d,J=5.9Hz), 7.37(4H,s).

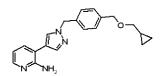
[1491] [製造例194-1-2]1-クロロメチル-4-プロプ-2-イニルオキシメチルーベンゼン

[1492] [化617]



[1493] [実施例195]3-(1-(4-シクロプロピルメトキシメチル―ベンジル)-1H-ピラゾ ール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1494] [化618]



 冷却した後、水と酢酸エチルを加え、Celiteを用いてろ過を行った。ろ液の有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製後、得られた目的物と移動相との混合物にトリエチルアミンを加えて移動相を塩基性とし、減圧下濃縮した。得られた残渣をNHシリカゲルでろ過(酢酸エチル)して、標記化合物(1.6mg、6.6%)を得た。

 $MS \text{ m/e(ESI)} 335.30(MH^{+})$

出発物質3-(1-(4-ブロモ―ベンジル)-1H-ピラゾール―4-イル)-ピリジン -2-イルアミンは以下の方法で合成した。

[1495] [製造例195—1-1]3-(1-(4-ブロモ—ベンジル)-1H-ピラゾール—4-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1496] [化619]

製造例32-1-4に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2-イルアミン(150mg、0.94mmol)とテトラヒドロフラン(2mL)の混合物に、0℃で水素化ナトリウム(12mg、0.24mmol、50% in oil)を加え、次いでN, N-ジメチルホルムアミド(2mL)を加えた。反応混合物を室温で10分間攪拌後、反応混合物に0℃で4-ブロモベンジルブロミド(260mg、1.0mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=4:1)で精製し、標記化合物(270mg、86%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.55(2H,brs), 5.30(2H,s), 6.71(1H,ddd,J=0. 7,4.9, 7.3Hz), 7.16(2H,d,J=8.6Hz), 7.40(1H,dd,J=1.7,7.3Hz), 7.50(2H,d,J=8.4Hz), 7.60(1H,s), 7.75(1H,s), 8.02(1H,dd,J=1.7,4.9Hz).

出発物質ソジウム シクロプロピルメトキシメチル トリフルオロボレートは以下の方法 で合成した。

[1497] [製造例195-2-1]2-(ブロモメチル)-4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジ オキサボロラン

[1498] [化620]

トリイソプロピルボレート(20g、110mmol)、ジブロモメタン(8.6mL、120mmol) およびテトラヒドロフラン(150mL)の混合物に、-78℃でn-ブチルリチウム(2.6M n-ヘキサン溶液、39mL、100mmol)を1.5時間かけて滴下し、次いで、反応混合物を同温で1.5時間攪拌した。次いで当該混合物を、室温で2時間攪拌したのち、0℃に冷却して反応混合物にメタンスルホン酸(6.5mL、100mmol)を加え、次いで反応混合物を室温で1時間攪拌した。当該混合物を0℃に冷却し、反応混合物にピナコール(12g、100mmol)を加え、次いで、反応混合物を室温で1時間攪拌した。減圧下濃縮後、得られた残渣を減圧蒸留(74-76℃、8mmHg)することにより標記化合物(16g)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):1.29(12H,s), 2.59(2H,s).

[1499] [製造例195-2-2]ソジウム シクロプロピルメトキシメチル トリフルオロボレート

[1500] [化621]

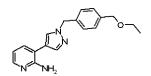
水素化ナトリウム(430mg、12mmol、66% in oil)とテトラヒドロフラン(20mL)の混合物に、0℃でシクロプロピルメタノール(1.2mL、15mmol)を加え、次いで、反応混合物を室温で30分間攪拌した。反応混合物に0℃で、製造例195-2-1に記載の2-(ブロモメチル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン(2.0g、9.1mmol)を加え、次いで、反応混合物を室温で1時間攪拌し、45℃で4時間攪拌した。反応混合物を0℃に冷却し、ソジウム ハイドロゲンフルオリド(2.2g、36mmol)を加え、次いで、同温で反応混合物に水(15mL)を滴下した。反応混合物を室温に昇温後、減圧下溶媒溜去した。得られた残渣にアセトン(100mL)とメタノ

ール(1mL)を加え加熱し、次いで、40℃程度まで放冷後、ろ過した。ろ液を減圧下 濃縮し、残渣を酢酸エチルで洗い、標記化合物(1.2g)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):0.05-0.09(2H,m), 0.35-0.40(2H,m), 0.86-0.96(1H,m), 2.46(2H,q,J=5.6Hz), 3.00(2H,d,J=6.8Hz).

[1501] [実施例196]3-(1-(4-エトキシメチル―ベンジル)-1H-ピラゾール―4-イル)-ピリジン―2-イルアミン

[1502] [化622]



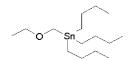
製造例195-1-1に記載の3-(1-(4-ブロモーベンジル)-1H-ピラゾールー4-イル)ーピリジンー2ーイルアミン(24mg、0.073mmol)と1,4ージオキサン(1.5mL)の混合物に、室温で、水(150μL)、炭酸セシウム(95mg、0.29mmol)、製造例196-1-2に記載のポタシウム エトキシメチルトリフルオロボレート(18mg、0.11mmol)、酢酸パラジウム(II)(1.6mg、0.0073mmol)、および(±)-2,2'ービス(ジフェニルホスフィノ)ー1,1'ービナフチル(4.5mg、0.0073mmol)を加え、窒素雰囲気下、100℃で6時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルを加え、Celiteを用いてろ過を行った。ろ液の有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製して、標記化合物(5.2mg、17%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

MS m/e(ESI) 309.29(MH⁺)

出発物質ポタシウム エトキシメチル トリフルオロボレートは以下の方法で合成した。

[1503] 「製造例196-1-1]トリブチルーエトキシメチルースズ

[1504] [化623]



ジイソプロピルアミン(2.1mL、15mmol)とテトラヒドロフラン(30mL)の混合物に -78°Cでn-ブチルリチウム(2.4M n-ヘキサン溶液、5.0mL、12mmol)を滴下し、次いで、反応混合物を30分間攪拌した。当該混合物に-78°Cで水素化トリブチルスズ(3.3mL、12mmol)を滴下し、次いで、反応混合物を0°Cで40分間攪拌した。反応混合物を-78°Cに冷却後、反応混合物にエトキシメチル クロリド(1.1mL、12mmol)を滴下した。反応混合物を室温まで昇温後、反応混合物にジエチルエーテルと塩化アンモニウム水溶液を加え、有機層を分離した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧下濃縮した。残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:ジエチルエーテル=30:1)にて精製し、標記化合物(2.8g、66%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_3$) δ (ppm):0.87-0.92(15H,m),1.16(3H,t,J=7.0Hz),1.26-1.35(6H,m),1.43-1.55(6H,m),3.36(2H,q,J=7.0Hz),3.74(2H,t,J=6.5Hz).

[1505] [製造例196-1-2]ポタシウム エトキシメチル トリフルオロボレート

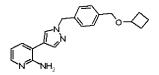
[1506] [化624]

__O_BF,K

製造例196-1-1に記載のトリブチルーエトキシメチルースズ(1.0g、2.9mmol)とテトラヒドロフラン(10mL)の混合物に-78℃でn-ブチルリチウム(1.5M n-ヘキサン溶液、2.0mL、3.2mmol)を滴下し、次いで、反応混合物を同温で30分間攪拌した。反応混合物を-78℃で、トリイソプロピルボレート(0.73mL、3.2mmol)とテトラヒドロフラン(10mL)の混合物にカニュレーションにより滴下した。反応混合物を室温で30分間攪拌した。当該混合物に0℃でポタシウム ハイドロゲンフルオリド(1.3g、17mmol)を加え、次いで反応混合物に水(10mL)を滴下した。反応混合物を室温に昇温後、減圧下濃縮した。得られた残渣をジエチルエーテル(50mL)で洗浄した。この残渣にアセトン(100mL)を加え、ろ過した。ろ液を減圧下濃縮し、その残渣をアセトニトリルから再結晶し、標記化合物(150mg、32%)を得た。

1H-NMR Spectrum(DMSO-d) δ (ppm):0.99(3H,t,J=7.0Hz), 2.42(2H,q,J=5.6Hz), 3.18(2H,q,J=7.0Hz).

[1507] [実施例197]3-(1-(4-シクロブトキシメチル―ベンジル)-1H-ピラゾール―4 -イル)-ピリジン―2-イルアミン [1508] [化625]



製造例195-1-1に記載の3-(1-(4-ブロモーベンジル)-1H-ピラゾールー4-イル)ーピリジンー2ーイルアミン(24mg、0.073mmol)と1,4ージオキサン(1.5mL)の混合物に、室温で、水(150μL)、炭酸セシウム(95mg、0.29mmol)、製造例197-1-2に記載のポタシウムシクロブトキシメチルトリフルオロボレート(21mg、0.11mmol)、酢酸パラジウム(II)(1.6mg、0.0073mmol)、および(±)-2,2'ービス(ジフェニルホスフィノ)ー1,1'ービナフチル(4.5mg、0.0073mmol)を加え、窒素雰囲気下、100℃で6時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、水と酢酸エチルを加え、Celiteを用いてろ過を行った。ろ液の有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製して、標記化合物(5.2mg、16%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

MS m/e(ESI) 335.19(MH⁺)

出発物質ポタシウム シクロブトキシメチル トリフルオロボレートは以下の方法で合成した。

[1509] 「製造例197-1-1]トリブチルーシクロブトキシメチルースズ

[1510] [化626]

水素化ナトリウム(250mg、7.0mmol、66% in oil)とテトラヒドロフラン(20mL) の混合物に0℃でシクロブタノール(0.55mL、7.0mmol)とN, Nージメチルホルムアミド(20mL)を加え、次いで、反応混合物を室温で40分間攪拌した。反応混合物に0℃で、製造例197-2-2に記載のトリブチルーヨードメチルースズ(2.0g、4.6 mmol)を滴下し、次いで、反応混合物を室温で終夜攪拌した。反応混合物にヘプタ

ンと水を加え、有機層を分離した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、減圧下濃縮した。 残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=20:1)にて精製し、標記化合物(1.6g、92%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):0.81-0.98(15H,m), 1.26-1.35(6H,m), 1.4 3-1.57(7H,m), 1.65-1.70(1H,m), 1.80-1.87(2H,m), 2.14-2.21(2H,m), 3.57(2 H,dd,J=7.3,7.0Hz), 3.68-3.76(1H,m).

「1511」 「製造例197-1-2]ポタシウム シクロブトキシメチル トリフルオロボレート

[1512] [化627]

製造例197-1-1に記載のトリブチルーシクロブトキシメチルースズ(1.0g、2.7 mmol)とテトラヒドロフラン(10mL)の混合物に-78℃でn-ブチルリチウム(1.5M n-ヘキサン溶液、1.7mL、2.7mmol)を滴下し、次いで、反応混合物を同温で60分間攪拌した。当該混合物に-78℃でトリイソプロピルボレート(0.80mL、3.5m mol)のテトラヒドロフラン溶液(10mL)を滴下し、次いで、反応混合物を室温で5分間攪拌した。反応混合物に0℃でポタシウム ハイドロゲンフルオリド(1.25g、16mmol)を加え、次いで反応混合物を室温で50分間攪拌した。当該化合物に、室温で水(10mL)を滴下し、次いで、反応混合物を同温でさらに50分間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。得られた残渣をジエチルエーテルで洗浄した。この残渣にアセトンを加え、ろ過した。ろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(210mg、42%)を得た。1H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):1.30-1.42(1H,m), 1.48-1.58(1H,m), 1.61-1.73(2H,m), 1.99-2.08(2H,m), 2.31(2H,q,J=5.6Hz), 3.60(1H,quin,J=6.8Hz)

出発物質トリブチルーヨードメチルースズは以下の方法で合成した。

[1513] [製造例197-2-1]トリブチルスタニルーメタノール

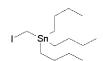
[1514] [化628]

ジイソプロピルアミン(62mL、0.44mol)とテトラヒドロフラン(1000mL)の混合物に−78℃でn−ブチルリチウム(2.6M n−ヘキサン溶液、100mL、0.26mol)とn−ブチルリチウム(1.6M n−ヘキサン溶液、95mL、0.15mol)を滴下し、次いで、反応混合物を30分間攪拌した。当該混合物へ−78℃で水素化トリブチルスズ(100mL、0.37mol)を滴下し、次いで、反応混合物を0℃で60分間攪拌した。反応混合物を−78℃に冷却後、反応混合物にパラホルムアルデヒド(13g、0.15mol)を加えた。反応混合物を徐々に室温まで昇温し、次いで、反応混合物を室温で終夜攪拌した。反応混合物に水、塩化アンモニウム水溶液、ジエチルエーテルを加え、有機層を分離した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液と飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を分離し、減圧下濃縮した。残渣を中性シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:ジエチルエーテル=4:1)にて精製し、標記化合物(95g、80%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):0.88-0.94(15H,m), 1.27-1.36(6H,m), 1.4 9-1.55(6H,m), 4.02(2H,dd,J=1.8,6.6Hz).

[1515] 「製造例197-2-2]トリブチルーヨードメチルースズ

[1516] [YK629]



トリフェニルホスフィン(70g、0.27mol)とテトラヒドロフラン(500ml)の混合物に0 ℃でN-ヨードスクシンイミド(60g、0.27mol)とテトラヒドロフラン(500mL)の混合物を滴下し、次いで、反応混合物を0℃で30分間攪拌した。当該混合物へ0℃で製造例197-2-1に記載のトリブチルスタニルーメタノール(71g、0.22mol)を滴下し、次いで反応混合物を0℃で20分間攪拌した。反応混合物を室温で終夜攪拌した。反応混合物にジエチルエーテルと水を加え、有機層を分離した。有機層を飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液と飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を分離し、減圧下濃縮した。残渣にヘプタン(400mL)を加える過した。ろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン)にて精製し、標記化合物(90g、94%)を得た。 1 H-NMR Spectrum(CDCl₃) δ (ppm):0.91(9H,t,J=7.2Hz), 0.96-1.00(6H,m), 1.28 -1.37(6H,m), 1.49-1.56(6H,m), 1.94(2H,t,J=8.9Hz).

[1517] [実施例198]3-(1-(6-ベンジルオキシーピリジン—3-イルメチル)-1H-ピ ラゾール—4-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1518] [化630]

窒素雰囲気下、製造例36-1-2に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2,6-ジアミン(30.0mg、0.171mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(5.00mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(7.52mg、0.188mmol、60%in oil)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、その混合物に製造例191-1-2に記載の2-ベンジルオキシ-5-クロロメチルーピリジン(59.9mg、0.257mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(27.4mg、43.0%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.09(2H,brs), 5.26(2H,s), 5.34(2H,s), 5.44(2H,brs), 5.77(1H,dd,J=2.8,8.0Hz), 6.86(1H,dd,J=2.0,8.8Hz), 7.14-7.16(1 H,m), 7.29-7.44(5H,m), 7.57(1H,d,J=2.0Hz), 7.68-7.71(1H,m), 7.94(1H,d,J=1.6Hz), 8.17(1H,s).

[1519] [実施例199]3-(1-(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-1H-ピラゾ -ル-4-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

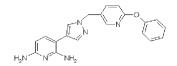
[1520] [化631]

窒素雰囲気下、製造例36-1-2に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)-ピ リジン-2, 6-ジアミン(30.0mg、0.171mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(5 . 00mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(7. 52mg、0. 188mmol、60% in oil)を加え、室温で30分間攪拌した。その後、その混合物に実施例192に記載の2-(4-クロロメチルーフェノキシメチル)ーピリジン(59. 9mg、0. 257mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=2:1→酢酸エチル)で精製し、標記化合物(11. 5mg、18. 1%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.06(2H,brs), 5.16(2H,s), 5.21(2H,s), 5.43(2H,brs), 5.77(1H,d,J=8.0Hz), 6.99(2H,d,J=8.8Hz), 7.14(1H,d,J=8.4Hz), 7. 25(2H,d,J=8.8Hz), 7.32-7.35(1H,m), 7.49(1H,d,J=7.6Hz), 7.55(1H,s), 7.80-7. 84(1H,m), 7.90(1H,s), 8.56-8.57(1H,m).

[1521] [実施例200]3-(1-(6-フェノキシ-ピリジン-3-イルメチル)-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1522] [化632]



窒素雰囲気下、製造例36-1-2に記載の3-(1H-ピラゾール-4-イル)ーピリジン-2,6-ジアミン(30.0mg、0.171mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(5.00mL)溶液に、氷冷下(0℃)で水素化ナトリウム(7.52mg、0.188mmol、60%in oil)を加え、室温で10分間攪拌した。その後、その混合物に製造例193-1-2に記載の5-クロロメチル-2-フェノキシーピリジ(59.9mg、0.273mmol)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を室温で水と酢酸エチルに分配した。その有機層を水と飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、その溶媒を減圧下留去した。残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、標記化合物(15.4mg、25.2%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.09(2H,brs), 5.29(2H,s), 5.44(2H,brs), 5.77(1H,dd,J=0.8,8.0Hz), 7.01(1H,d,J=8.4Hz), 7.10-7.23(4H,m), 7.41(2H,t,J=0.8,8.0Hz)

=7.6Hz), 7.59(1H,s), 7.79(1H,dd,J=2.0,8.4Hz), 7.96(1H,s), 8.14(1H,d,J=2.8Hz).

[1523] [実施例201]3-(3-(4-ベンジルオキシ—ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン

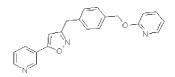
[1524] [化633]

3ーエチニルピリジン(50mg、0.485mmol)と製造例1-1-3に記載の(4ーベンジルオキシーフェニル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(214mg、0.776mmol)のテトラヒドロフラン溶液(3mL)にトリエチルアミン(270 μ L、1.94mmol)を加え、室温で2.5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4から1:2)で精製し、標記化合物(80mg、48%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.02(2H,s), 5.05(2H,s), 5.37(1H,s), 6.93-6.97(2H,m), 7.19-7.22(2H,m), 7.30-7.44(6H,m), 8.04-8.06(1H,m), 8.63-8.6 5(1H,m), 8.95-8.96(1H,m).

[1525] [実施例202]3-(3-(4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン

[1526] [化634]



3-エチニルピリジン(10mg、0.097mmol)と製造例2-1-5に記載の(4-(ピリジン-2-4)ルオキシメチル)-フェニル)-アセトビドロキシモイル クロライド(42.9mg、0.155mmol)のテトラヒドロフラン溶液(3mL)にトリエチルアミン $(54.1 \mu$ L、0.388mmol)を加え、室温で2.5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフ

ィー (酢酸エチル: $^{\sim}$ $^$

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):4.09(2H,s), 5.37(2H,s), 6.38(1H,s), 6.79-6.81(1H,m), 6.87-6.90(1H,m), 7.31(2H,d,J=8.4Hz), 7.37-7.40(1H,m), 7.45(2H,d,J=8.4Hz), 7.56-7.61(1H,m), 8.02-8.05(1H,m), 8.16-8.18(1H,m), 8.64-8.65(1H,m), 8.956-8.959(1H,m).

[1527] [実施例203]3-(3-(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル-5-イル)-ピリジン

[1528] [化635]

3-エチニルピリジン(50mg、0.485mmol)と製造例203-1-4に記載の(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド(215mg、0.776mmol)のテトラヒドロフラン溶液(3mL)にトリエチルアミン(270μL、1.94mmol)を加え、室温で2.5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4から1:2、そして1:1)で精製し、標記化合物(71mg、43%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.02(2H,s), 5.20(2H,s), 6.37(1H,s), 7.47(2 H,d,J=8.4Hz), 7.20-7.24(2H,m), 7.21(1H,d,J=8.4Hz), 7.37-7.40(1H,m), 7.51 -7.53(1H,m), 7.69-7.73(1H,m), 8.02-8.05(1H,m), 8.59-8.60(1H,m), 8.63-8.65(1H,m), 8.95-8.96(1H,m).

出発物質(4-(ピリジン-2-イルメトキシ)-フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[1529] 「製造例203-1-1]4-(ピリジン-2-イルメトキシ)ーベンズアルデヒド

[1530] [化636]

4ーヒドロキシベンズアルデヒド(20g、164mmol)と2ーピコリルクロライド(27g、165mmol)のN、Nージメチルホルムアミド溶液(250mL)に炭酸カリウム(68g、492mmol)を加え、室温で3日間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(29g、83%)を得た。標記化合物は、精製することなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):5.31(2H,s), 7.21-7.25(2H,m), 7.35-7.39(1H,m), 7.53-7.55(1H,m), 7.83-7.90(3H,m), 8.59-8.61(1H,m), 9.88(1H,s).

[1531] [製造例203-1-2]2-(4-((E)-ニトロ―ビニル)-フェノキシメチル)-ピリジン

[1532] [化637]

製造例203-1-1に記載の4-(ピリジン―2-イルメトキシ)ーベンズアルデヒド(29g、136mmol)、ニトロメタン(36.6mL、680mmol)、酢酸アンモニウム(21g、272mmol)そして酢酸(300mL)の混合物を100℃で21時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮した。その残渣を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、標記化合物(33.9g、97%)を得た。標記化合物は、精製することなく次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.27(2H,s), 7.04-7.06(2H,m), 7.25-7.28(1H,m), 7.49-7.54(4H,m), 7.72-7.76(1H,m), 7.96-7.99(1H,m), 8.62-8.63(1H,m).

[1533] [製造例203-1-3]2-(4-(2-ニトロ—エチル)-フェノキシメチル)-ピリジン

[1534] [化638]

製造例203-1-2に記載の2-(4-((E)-ニトロービニル)-フェノキシメチル) -ピリジン(33.9g、132mmol)の酢酸(34mL)/ジメチルスルホキシド(576mL)の 溶液に、適宜冷却しながら室温で水素化ホウ素ナトリウム(7.99g、211mmol)を加 えた。その混合物を室温で5時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配し た。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そ のろ液を減圧下濃縮し、残渣をヘプタンと酢酸エチルから再結晶することにより、標 記化合物(6.81g、20%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.26-3.30(2H,m), 4.57-4.61(2H,m), 5.51 (2H,s), 6.97(2H,d,J=8.8Hz), 7.17(2H,d,J=8.8Hz), 7.41-7.44(1H,m), 7.89-7.91 (1H,m), 7.96-8.00(1H,m), 8.77-8.78(1H,m).

[1535] [製造例203-1-4](4-(ピリジン―2-イルメトキシ)-フェニル)アセトヒドロキシモ イル クロライド

[1536] [化639]

製造例203-1-3に記載の2-(4-(2-ニトローエチル)-フェノキシメチル)-ピリジン(3g、11.6mmol)のメタノール溶液(36mL)にリチウムメトキシド(881mg、23.2mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下 濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(46mL)とテトラヒ ドロフラン(23mL)で希釈した。-78℃に冷却し、た後、その懸濁液に四塩化チタン (IV)(4.08mL、37.1mmol)を滴下した。その混合物を室温で1時間撹拌した。そ の混合物を-78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し 、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧 下濃縮することにより、標記化合物(1.98g)を得た。

この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[1537] [実施例204]3-(3-(2-フルオロ—4—(ピリジン-2-イルオキシメチル)-ベン ジル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1538] [化640]

製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジン-2-4ルアミン (38.4 mg、0.3 25 mmol) と製造例204-1-8に記載の (2-7ルオロ-4-(ピリジン-2-4ルオ キシメチル)-7ェニル) アセトドロキシモイル クロライド (150 mg、0.509 mmol) のテトラヒドロフラン溶液 (3 mL) にトリエチルアミン (97.2μ L、0.697 mmol) を加え、60 でで2時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル: -7 タン=1:4から1:2、そして1:1) で精製し、標記化合物 (46 mg、24%)を得た。-1 H-NMR Spectrum (CDCl $_3$) δ (ppm):-4.09(2H,s),-5.37(2H,s),-5.43(2H,brs),-6.32(1H,s),-6.70-6.73(1H,m),-6.80-6.82(1H,m),-6.88-6.92(1H,m),-7.19-7.30(3H,m),-7.58-7.62(1H,m),-7.70-7.73(1H,m),-7.19-7.30(3H,m),-7.58-7.62(1H,m),-7.70-7.73(1H,m),-7.19-7.30(3H,m),-7.58-7.62(1H,m),-7.70-7.73(1H,m),-7.19-7.30(3H,m),-7.58-7.62(1H,m),-7.70-7.73(1H,m)

出発物質(2-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル) アセト ヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[1539] [製造例204-1-1]2-(4-ブロモ—2-フルオロ—フェニル)-[1,3]ジオキソラン [1540] [化641]

4ーブロモ―2ーフルオロベンズアルデヒド(10g、49.3mmol)、エチレングリコール(27.5mL、493mmol)、カンファースルホン酸(115mg、0.493mmol)そしてトルエン(250mL)の混合物を還流下、5時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液に加えた。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(12.5g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.03-4.09(2H,m), 4.10-4.16(2H,m), 6.03 (1H,s), 7.25-7.28(1H,m), 7.30-7.32(1H,m), 7.40-7.44(1H,m).

[1541] [製造例204-1-2]4-[1,3]ジオキソラン—2-イル-3-フルオロ—ベンズアルデ ヒド

[1542] [化642]

製造例204-1-1に記載の2-(4-ブロモー2-フルオローフェニル)-[1,3]ジオキソラン(12.5g、50.7mmol)のテトラヒドロフラン溶液(600mL)に、n-ブチルリチウム(28.5mL、2.67M ヘキサン溶液、76.1mmol)を15分間で滴下した。-78℃で5分間撹拌した後、その反応溶液にN-ホルミルモルホリン(5.61mL、55.8mmol)のTHF溶液を加え、さらにその温度で2.5時間撹拌した。その混合物に水と酢酸エチルを加え、分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(9.99g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[1543] [製造例204-1-3](4-[1,3]ジオキソラン—2-イル—3-フルオロ—フェニル) - メタノール

[1544] [化643]

製造例204-1-2に記載の4-[1,3]ジオキソラン—2ーイルー3ーフルオロ—ベンズアルデヒド(10g、50.9mmol)のメタノール溶液(200mL)に水素化ホウ素ナトリウム(2.12g、56mmol)を加え、室温で1時間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1)で精製し、標記化合物(2.44g、24%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.80(1H,brs), 4.03-4.17(4H,m), 6.21(2H,d

447

J=6.0Hz, 6.08(1H,s), 7.09-7.19(1H,m), 7.38-7.54(2H,m).

[1545] [製造例204-1-4]2-(4-[1,3]ジオキソラン-2イル-3-フルオロ-ベンジルオキシ)-ピリジン

[1546] [化644]

製造例204-1-3に記載の(4-[1,3]ジオキソラン-2-イル-3-フルオローフェニル)ーメタノール(2.44g、12.3mmol)のN, Nージメチルホルムアミド溶液(20mL)に水素化ナトリウム(537mg、14.8mmol、60% in oil)を加えた。0℃まで冷却した後、その懸濁液に2-フルオロピリジン(1.27mL、14.8mmol)を加え、60℃で2時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4)で精製し、標記化合物(2.17g、64%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.05-4.17(4H,m), 5.38(2H,s), 6.09(1H,s), 6.79-6.83(1H,m), 6.88-6.91(1H,m), 7.16-7.25(2H,m), 7.50-7.54(1H,m), 7.56-7.62(1H,m), 8.14-8.16(1H,m).

[1547] [製造例204-1-5]2-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーベンズ アルデヒド

[1548] [化645]

製造例204-1-4に記載の2-(4-[1,3]ジオキソラン-2イル-3-フルオローベンジルオキシ)ーピリジン(2.17g、7.88mmol)のメタノール(10mL)/テトラヒドロフラン(10mL)溶液に、5N 塩酸(8.43mL、8.43mmol)を加えた。その溶液を室温で15分間撹拌した。その混合物を0℃まで冷却し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和した後、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化

合物(1.81g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):5.46(2H,s), 6.82-6.94(3H,m), 7.29-7.34(1H,m), 7.59-7.65(1H,m), 7.85-7.89(1H,m), 8.14-8.17(1H,m), 10.35(1H,s).

[1549] [製造例204-1-6]2-(3-フルオロ-4-(E)-2-ニトロービニル)ーベンジル オキシ)-ピリジン

[1550] [化646]

製造例204-1-5に記載の2-フルオロー4-(ピリジンー2ーイルオキシメチル) ーベンズアルデヒド(1.81g、7.81mmol)、ニトロメタン(2.12mL、39.1mmol)、 酢酸アンモニウム(1.2g、15.6mmol)そして酢酸(20mL)の混合物を100℃で5 時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮した。残渣を酢酸エチル と水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後 、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢 酸エチル:ヘプタン=1:4)で精製し、標記化合物(980mg、46%)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl) 3 3 (ppm):5.44(2H,s), 6.84-6.87(1H,s), 6.91-6.94(1H,m), 7.24-7.32(3H,m), 7.48-7.52(1H,m), 7.61-7.65(1H,m), 7.71-7.75(1H,m), 8.14-8.16(1H,m).

[1551] [製造例204-1-7]2-(3-フルオロ-4-(2-ニトローエチル) - ベンジルオキシ) - ピリジン

[1552] [化647]

製造例204-1-6に記載の2-(3-フルオロ-4-(E)-2-ニトロービニル)-ベンジルオキシ)-ピリジン(980mg、3.57mmol)の酢酸(1mL)/ジメチルスルホキシド(17mL)溶液に水素化ホウ素ナトリウム(203mg、5.36mmol)を適宜冷却しながら室温で加えた。その混合物を室温で3時間撹拌した。その混合物を酢酸エチ

ルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物 (960mg)を得た。 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.34-3.39(2H,m), 4.60-4.67(2H,m), 5.36 (2H,s), 6.80-6.83(1H,m), 6.89-6.92(1H,m), 7.17-7.21(3H,m), 7.58-7.62(1H,m), 8.15-8.17(1H,m).

[1553] [製造例204-1-8](2-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)-フェニル) アセトヒドロキシモイル クロライド

[1554] [4/648]

製造例204-1-7に記載の2-(3-フルオロ-4-(2-ニトローエチル)ーベンジルオキシ)ーピリジン(960mg、3.47mmol)のメタノール溶液(20mL)にリチウムメトキシド(264mg、6.94mmol)を加えた。その混合物を1時間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(15mL)とテトラヒドロフラン(5mL)で希釈した。-78℃に冷却し、た後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(1.22mL、11.1mmol)を滴下した。その混合物を0℃で2時間撹拌した。その混合物を-78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(890mg)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

[1555] [実施例205]3-(3-(4-ベンジルスルファニル—ベンジル)-イソキサゾール—5 -イル)-ピリジン—2-イルアミン

[1556] [化649]

製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(50mg、0. 423 mmol)と製造例205-1-6に記載の(4-フェニルスルファニルメチル―フェニル)

アセトヒドロキシモイル クロライド (197mg、0.677mmol)のテトラヒドロフラン溶液 (3mL) にトリエチルアミン (147 μ L、1.06mmol)を加え、室温で18時間撹拌した。 その混合物を室温まで冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル: ヘプタン=1:4から1:2)で精製し、標記化合物 (29mg、18%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):3.98(2H,s), 4.11(2H,s), 5.38(2H,brs), 6.22 (1H,s), 6.70-6.73(1H,m), 7.16-7.18(2H,m), 7.22-7.31(7H,m), 7.69-7.71(1H,m), 8.14-8.15(1H,m).

出発物質(4-ベンジルフェニルスルファニル―フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[1557] [製造例205-1-1]2-(4-ベンジルスルファニル―フェニル)-[1,3]ジオキソラン

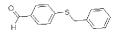
[1558] [化650]

2-(4-7)ロモフェニル)-1, 3-3ジオキサン(5g, 0.677mmol)のテトラヒドロフラン溶液(100mL)に、-78℃でn-7チルリチウム(14.9mL、2.64M ヘキサン溶液、39.2mmol)を加え、15分間撹拌した。その混合物に-78℃でベンジル ジスルフィド(5.91g, 24mmol)を滴下し、さらに5時間撹拌した。その混合物を0℃まで昇温し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:-7クン=1:4)で精製し、標記化合物(1.06g, 18%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.90-4.04(4H,m), 4.26(2H,s), 5.67(1 H,s),7.23-7.37(9H,m).

[1559] 「製造例205-1-2]4-ベンジルスルファニル―ベンズアルデヒド

[1560] [化651]



製造例205-1-1に記載の2-(4-ベンジルスルファニル―フェニル)-[1,3]ジオキソラン(1.06g、3.89mmol)のメタノール(5mL)/テトラヒドロフラン(5mL)溶液に1N塩酸(4.16mL)を加え、室温で30分間撹拌した。その混合物を0℃まで冷却し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和した後、酢酸エチルで抽出した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(840mg)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):4.40(2H,s), 7.26-7.28(1H,m), 7.31-7.35(2H,m), 7.43-7.45(2H,m), 7.51-7.53(2H,m), 7.79-7.81(2H,m), 9.90(1H,s).

[1561] [製造例205-1-3]1-ベンジルスルファニル—4—((E)-2-ニトロ—ビニル)-ベンゼン

[1562] [化652]

製造例205-1-2に記載の4-ベンジルスルファニルーベンズアルデヒド(840mg、3.68mmol)、ニトロメタン(997 µ L、18.4mmol)、酢酸アンモニウム(567mg、7.36mmol)そして酢酸(10mL)の混合物を100℃で2時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、減圧下濃縮した。残渣を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(950mg)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.37(2H,s), 7.23-7.34(3H,m), 7.40-7.45(4H,m), 7.76-7.81(2H,m), 8.08(1H,d,J=14Hz), 8.20(1H,d,J=14Hz).

[1563] [製造例205-1-4]1-ベンジルスルファニル—4-(2-ニトロ—エチル)-ベンゼ ン

[1564] [化653]

製造例205-1-3に記載の1-ベンジルスルファニルー4-((E)-2-ニトロービニル)-ベンゼン(950mg、3.5mmol)の酢酸(0.6mL)/ジメチルスルホキシド(10mL)溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(212mg、5.6mmol)を内温30℃以下保ちながら加え、室温で30分間撹拌した。その混合物を氷水で冷却し、水を加え、さらに30分間撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(936mg)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.15-3.18(2H,m), 4.21(2H,s), 4.80-4.83(2H,m), 7.18-7.35(9H,m).

[1565] [製造例205-1-5](4-ベンジルフェニルスルファニル―フェニル)アセトヒドロキシ モイル クロライド

[1566] [化654]

製造例205-1-4に記載の1-ベンジルスルファニルー4-(2-ニトローエチル) -ベンゼン(936mg、3.42mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(260mg、6.84mmol)を加えた。その混合物を10分間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(16mL)とテトラヒドロフラン(8mL)で希釈した。-78℃に冷却し、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(825 μ L、7.52mmol)を滴下した。その混合物を0℃で1時間撹拌した。その混合物を-78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(1.01g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

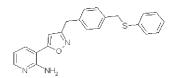
 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1) δ (ppm):3.77(2H,s), 4.23(2H,s), 7.16-7.38(9H,m), 11.7(1H,s).

[1567] 「実施例206]3-(3-(4-フェニルスルファニルメチル―ベンジル)-イソキサゾー

453

ルー5ーイル)ーピリジン―2ーイルアミン

[1568] [化655]



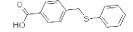
製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジン-2-4ルアミン(50mg、0.423mmol)と製造例206-1-6に記載の(4-7ェニルスルファニルメチルーフェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド(197mg、0.677mmol)のテトラヒドロフラン溶液(3mL)にトリエチルアミン(147μ L、1.06mmol)を加え、室温で18時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4から1:2)で精製し、標記化合物(41mg、26%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl) δ (ppm):4.03(2H,s), 4.11(2H,s), 5.42(2H,brs), 6.23 (1H,s), 6.69-6.73(1H,m), 7.16-7.35(9H,m), 7.69-7.71(1H,m), 8.13-8.15(1H,m).

出発物質(4-フェニルスルファニルメチル―フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[1569] 「製造例206-1-1]4-フェニルスルファニルメチル―ベンゾイック アシッド

[1570] [化656]



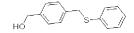
4-(ブロモメチル)ベンゾイック アシッド(10g、46.5mmol)、ソジウム チオフェノキシド(6.15g、46.5mmol)そしてエタノール(100mL)の混合物を還流下、1.5時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、1N塩酸で酸性にした。生じた沈殿物を集め、酢酸エチルに溶解し、水で洗浄した。その有機層を減圧下濃縮することにより、標記化合物(10g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

454

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.31(2H,s), 7.16-7.20(1H,m), 7.26-7.34(4H,m), 7.45-7.47(2H,m), 7.84-7.86(2H,m), 12.9(1H,brs).

[1571] 「製造例206-1-2](4-フェニルスルファニルメチルーフェニル) - メタノール

[1572] [化657]

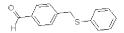


リチウムアルミニウムハイドライド(1.95g、51.3mmol)のテトラヒドロフラン(50mL) 懸濁液に製造例206-1-1に記載の4-フェニルスルファニルメチルーベンゾイック アシッド(5g、20.5mmol)のテトラヒドロフラン溶液を滴下し、室温で30分間撹拌した。その混合物を氷水で冷却し、注意しながら水を加えた。その混合物をセライトベッドを用いてろ過し、そのろ液を合わせた。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(2.01g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):4.22(2H,s), 4.45(2H,d,J=5.6Hz), 5.13(1H,t,J=5.6Hz), 7.16-7.34(9H,m).

[1573] 「製造例206-1-3]4-フェニルスルファニルメチル―ベンズアルデヒド

[1574] [化658]

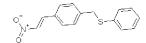


製造例206-1-2に記載の(4-フェニルスルファニルメチル―フェニル) - メタノール(1g、4.34mmol)のクロロホルム(10mL)溶液に二酸化マンガン(3.77g、43.4mmol)を加え、室温で15時間撹拌した。二酸化マンガンをセライトベッド用いて取り除いた後、そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(990mg)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.34(2H,s), 7.16-7.20(1H,m), 7.27-7.35(4H,m), 7.56(2H,d,J=8.0Hz), 7.83(2H,d,J=8.0Hz), 9.95(1H,s).

[1575] [製造例206-1-4]1-((E)-2-ニトロ―ビニル)-4-フェニルスルファニルメチ ルーベンゼン

[1576] [化659]

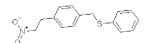


製造例206-1-3に記載の4-フェニルスルファニルメチルーベンズアルデヒド(9 90mg、4.34mmol)、ニトロメタン(1.18mL、21.7mmol)、酢酸アンモニウム(66 9mg、8.68mmol)そして酢酸(5mL)の混合物を100℃で6時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(1.15g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.29(2H,s), 7.16-7.20(1H,m), 7.27-7.35(4H,m), 7.44(2H,d,J=6.8Hz), 7.77(2H,d,J=6.8Hz), 8.08(1H,d,J=13.6Hz), 8.18(1H,d,J=13.6Hz).

[1577] [製造例206-1-5]1-(2-ニトローエチル)-4-フェニルスルファニルメチルーベンゼン

[1578] [化660]



製造例206-1-4に記載の1-((E)-2-ニトロービニル)-4-フェニルスルファニルメチルーベンゼン(1.15g、4.24mmol)の酢酸(0.6mL)/ジメチルスルホキシド(10mL)の溶液に水素化ホウ素ナトリウム(257mg、6.78mmol)を加え、室温で30分間撹拌した。その混合物を氷水で冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(1.15g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.17-3.20(2H,m), 4.21(2H,s), 4.80-4.84(2H,m), 7.15-7.20(3H,m), 7.27-7.33(6H,m).

[1579] [製造例206-1-6](4-フェニルスルファニルメチル―フェニル)アセトヒドロキシモ

イル クロライド

[1580] [化661]

製造例206-1-5に記載の1-(2-ニトローエチル)-4-フェニルスルファニルメチルーベンゼン(1.1g、4.03mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(306mg、8.06mmol)を加えた。その混合物を10分間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(16mL)とテトラヒドロフラン(8mL)で希釈した。-78℃に冷却し、た後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(972 μ L、8.87mmol)を滴下した。その混合物を0℃で1時間撹拌した。その混合物を-78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(1.15g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.78(2H,s), 4.23(2H,s), 7.15-7.19(3H, m), 7.27-7.34(6H,m), 11.7(1H,s).

[1581] [実施例207]3-(3-(4-ブロモーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジ ン-2-イルアミン

[1582] [化662]

製造例1-2-3に記載の3-xチニルーピリジン-2-4ルアミン(50mg、0.423mmol)と製造例207-1-3に記載の4-ブロモフェニル アセトヒドロキシモイル クロライド(168mg、0.677mmol)のテトラヒドロフラン溶液(3mL)にトリエチルアミン(147μ L、1.06mmol)を加え、室温で15時間撹拌した。その混合物を、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィ

ー(酢酸エチル: $^{\sim}$ $^{\sim}$ $^{\sim}$ $^{\sim}$ $^{\sim}$ $^{\sim}$ 4 $^{\sim}$ $^{\sim}$ 4 $^{\sim}$ $^{\sim}$ 4 $^{\sim}$ 6 $^{\sim}$ 4 $^{\sim}$ 6 $^{\sim}$ 7 $^{\sim}$ 6 $^{\sim}$ 7 $^{\sim}$ 7 $^{\sim}$ 9 $^{\sim}$ 7 $^{\sim}$ 9 $^{\sim}$ 7 $^{\sim}$ 9 $^{\sim}$

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.02(2H,s), 5.42(2H,brs), 6.24(1H,s), 6.70 -6.74(1H,m), 7.16-7.18(2H,m), 7.44-7.48(2H,m), 7.70-7.72(1H,m), 8.14-8.16(1H,m).

出発物質4-ブロモフェニル アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[1583] [製造例207-1-1]1-ブロモ-4-((E)-2-ニトロ-ビニル)-ベンゼン

[1584] [化663]

4ーブロモベンズアルデヒド(16.8g、91mmol)、ニトロメタン(24.6mL、455mm ol)、酢酸アンモニウム(14g、182mmol)そして酢酸(160mL)の混合物を100℃で4時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、水に注ぎいれた。生じた沈殿物を集め、水で洗浄し、減圧下乾燥することにより、標記化合物(17.4g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):7.71(2H,d,J=8.4Hz), 7.82(2H,d,J=8.4Hz), 8.13(1H,d,J=13.6Hz), 8.27(1H,d,J=13.6Hz).

[1585] [製造例207-1-2]1-ブロモ-4-(2-ニトローエチル)ーベンゼン

[1586] [化664]

製造例207-1-1に記載の1-ブロモ-4-((E)-2-ニトロービニル)ーベンゼン(1g、4.37mmol)の酢酸(0.6mL)/ジメチルスルホキシド(10mL)溶液に水素化ホウ素ナトリウム(265mg、6.99mmol)を加え、室温で30分間撹拌した。その混合物を氷水で冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより

、標記化合物(948mg)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.20(2H,t,J=6.8Hz), 4.85(2H,t,J=6.8Hz), 7.25(2H,d,J=8.2Hz), 7.51(2H,d,J=8.2Hz).

[1587] [製造例207-1-3]4-ブロモフェニル アセトヒドロキシモイル クロライド

[1588] [化665]

製造例207-1-2に記載の1-ブロモー4-(2-ニトローエチル)ーベンゼン(94 8mg、4. 12mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(313mg、8. 24 mmol)を加えた。その混合物を10分間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(16mL)とテトラヒドロフラン(8mL)で希釈した。-78℃に冷却し、た後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(994 μ L、9. 06mmol)を滴下した。その混合物を0℃で1時間撹拌した。その混合物を-78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(990mg)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.82(2H,s), 7.23(2H,d,J=8.4Hz), 7.54(2H,d,J=8.4Hz), 11.8(1H,s).

[1589] [実施例208]3-(3-(5-(4-フルオローベンジル)-フラン-2-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1590] [化666]

製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(50mg、0. 423 mmol)と製造例208-1-5に記載の(5-(4-フルオローベンジル)-フラン-2-

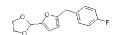
イル)アセトヒドロキシモイル クロライド(181mg、0.677mmol)のテトラヒドロフラン溶液(3mL)にトリエチルアミン(147 µ L、1.06mmol)を加え、室温で19時間撹拌した。その混合物を、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:4から1:2)で精製し、標記化合物(9mg、6%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.91(2H,s), 4.04(2H,s), 5.39(2H,brs), 5.93 (1H,d,J=3.0Hz), 6.07(1H,d,J=3.0Hz), 6.30(1H,s), 6.72-6.75(1H,m), 6.96-7.01 (2H,m), 7.17-7.21(2H,m), 7.66-7.68(1H,m), 8.15-8.17(1H,m).

出発物質(5—(4—フルオロ—ベンジル) - フラン—2 - イル)アセトヒドロキシモイル クロライドは以下の方法で合成した。

[1591] [製造例208-1-1]2-(5-(4-フルオロ―ベンジル)-フラン―2-イル)-[1,3]]ジオキソラン

[1592] [化667]



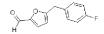
2-(1, 3-ジオキソラン-2-イル) -フラン(5g、35. 7mmol)のテトラヒドロフラン(50mL)溶液に、-78℃でn-ブチルリチウム(15. 6mL、2. 64M ヘキサン溶液、41. 1mmol)を滴下し、その温度で1時間撹拌した。4-フルオロベンジルブロマイド(6. 9g、36. 5mmol)のテトラヒドロフラン溶液をその混合物に加え、さらに-78℃で1時間撹拌した。その混合物を室温まで昇温し、酢酸エチルと飽和塩化アンモニウム水溶液に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:10から1:3)で精製し、標記化合物(4. 5g、51%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):3.86-3.90(2H,m), 3.96-4.00(4H,m), 5.78(1H,s), 6.07(1H,d,J=3.0Hz), 6.42(1H,d,J=3.0Hz), 7.12-7.16(2H,m), 7.25-7.29(2H,m).

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678

[1593] [製造例208-1-2]5-(4-フルオロ—ベンジル)-フラン—2-カルバルデヒド

[1594] [化668]

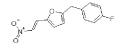


製造例208-1-1に記載の2-(5-(4-フルオローベンジル)-フラン-2-イル)-[1,3]ジオキソラン(4.51g、18.2mmol)のメタノール(45mL)溶液にクエン酸(12.2g、63.7mmol)の水溶液(45mL)を加え、室温で1時間激しく撹拌した。その混合物を酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水そして飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(4.51g、51%)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.11(2H,s), 6.47-6.48(1H,m), 7.15-7.19(2H,m), 7.30-7.34(2H,m), 7.47-7.48(1H,m), 9.49(1H,s).

[1595] [製造例208-1-3]2-(4-フルオローベンジル)-5-((E)-2-ニトロービニル)-フラン

[1596] [化669]



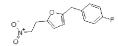
製造例208-1-2に記載の5-(4-フルオローベンジル)-フラン-2-カルバルデヒド(1g、4.89mmol)、ニトロメタン(1.32mL、24.5mmol)、酢酸アンモニウム(754mg、9.78mmol)そして酢酸(10mL)の混合物を100℃で3時間撹拌した。その混合物を室温まで冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(1.21g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

¹H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.08(2H,s), 6.42(1H,d,J=3.4Hz), 7.08 -7.19(2H,m), 7.22(1H,d,J=3.4Hz), 7.29-7.37(2H,m), 7.64(1H,d,J=13.2Hz), 7.96(1H,d,J=13.2Hz).

[1597] [製造例208-1-4]2-(4-フルオロ—ベンジル)-5-(2-ニトロ—エチル)-フ

ラン

[1598] [化670]

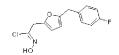


製造例208-1-3に記載の2-(4-フルオローベンジル)-5-((E)-2-ニトロービニル)-フラン(1.21g、4.89mmol)の酢酸(0.6mL)/ジメチルスルホキシド(10mL)溶液に水素化ホウ素ナトリウム(296mg、7.82mmol)を加え、室温で30分間撹拌した。その混合物を氷水で冷却し、酢酸エチルと水に分配した。その有機層を分離し、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(1.14g)を得た。この標記化合物は、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.20-3.24(2H,m), 3.91(2H,s), 4.77-4.80(2H,m), 6.00(1H,d,J=3.0Hz), 6.10(1H,d,J=3.0Hz), 7.08-7.15(2H,m), 7.23-7.28(2H,m).

[1599] [製造例208-1-5](5-(4-フルオローベンジル)-フラン-2-イル)アセトヒドロ キシモイル クロライド

[1600] [化671]



製造例208-1-4に記載の2-(4-フルオローベンジル)-5-(2-ニトローエチル)-フラン(1.14g、4.57mmol)のメタノール溶液(12mL)にリチウムメトキシド(347mg、9.14mmol)を加えた。その混合物を10分間室温で撹拌した。その混合物を減圧下濃縮し、残渣中の水をトルエンで共沸し、その残渣を塩化メチレン(16mL)とテトラヒドロフラン(8mL)で希釈した。-78℃に冷却し、た後、その懸濁液に四塩化チタン(IV)(1.1mL、10.1mmol)を滴下した。その混合物を0℃で1時間撹拌した。その混合物を一78℃まで冷却し、酢酸エチルと氷水に分配した。その有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(940mg)を得た。この標記化合物は

、さらに精製することなく、次の反応に用いた。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.82(2H,s), 3.93(2H,s), 6.03(1H,d,J=3.0Hz), 6.20(1H,d,J=3.0Hz), 7.11-7.15(2H,m), 7.23-7.27(2H,m), 11.8(1H,s).

[1601] [実施例209]3-(3-(4-(ピリジン-2-イルオキシ)-ベンジル)-イソキサゾー ル-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1602] [化672]

製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(45mg、0.38 mmol)と製造例209-1-4 に記載の(4-(ピリジン-2-イルオキシ)ベンゼン) -アセトヒドロキシモイル クロリド(200mg、0.76mmol)のテトラヒドロフラン(5mL) 溶液に、トリエチルアミン(139mg、1.4mmol)を加え、60℃で10分撹拌した。反応溶液を室温に戻し、NH-シリカゲルを加え、その溶媒を減圧下留去した。NHシリカゲルに吸着させた粗生成物を、NH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1、1:1)で精製し、標記化合物(40mg、30%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):4.05(2H,s), 6.28(2H,brs), 6.68-6.72(1 H,m), 6.87(1H,s), 7.00-7.03(1H,m), 7.06-7.14(3H,m), 7.37(2H,d,J=8.4Hz), 7 .81-7.87(1H,m), 7.87-7.91(1H,m), 8.08-8.11(1H,m), 8.11-8.14(1H,m).

出発物質(4-(ピリジン-2-イルオキシ)ベンゼン)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1603] [製造例209-1-1]4-(ピリジン-2-イルオキシ)ーベンズアルデヒド

[1604] [化673]

4-ヒドロキシベンズアルデヒド(10g、82mmol)と2-フルオロピリジン(8.0g、82mmol)のN、N-ジメチルホルムアミド(100mL)溶液に水素化ナトリウム(3.3g、82

mmol、60% in oil)を加え、120℃で30分、ついで140℃で45分、ついで160℃で2時間撹拌した。その混合物を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水(3回)で洗浄した後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標記化合物(9.3g、57%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):7.15-7.20(1H,m), 7.20-7.25(1H,m), 7.33(2H,d,J=8.0Hz), 7.40-8.00(3H,m), 8.20-8.24(1H,m), 9.98(1H,s).

[1605] [製造例209-1-2] 2-(4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシ)ーピリジン [1606] [化674]

製造例209-1-1に記載の4-(ピリジン-2-イルオキシ)ーベンズアルデヒド(9 . 3g、47mmol)、ニトロメタン(14g、230mmol)、酢酸アンモニウム(11g、140mm ol)そして酢酸(50mL)の混合物を、100℃で1時間30分撹拌した。反応溶液を室温に戻し、水を加え固体を析出させた。固体をろ取することにより、標記化合物(9. 9g、87%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):7.11-7.14(1H,m), 7.18-7.25(3H,m), 7.89-7.94(3H,m), 8.13-8.24(3H,m).

[1607] [製造例209-1-3] 2-(4-(2-ニトローエチル)ーフェノキシ)ーピリジン

[1608] [化675]

製造例209-1-2に記載の2-(4-((E)-2-ニトロービニル)-フェノキシ)-ピリジン(9.9g、41mmol)、酢酸(2.5g)、ジメチルスルホキシド(60mL)の溶液に、30℃以下に保ちながら水素化ホウ素ナトリウム(770mg、20mmol)を加え、室温で15分間撹拌した。その反応溶液に30℃以下に保ちながら水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:3)で精製し、標記化合物(4.5g、45%)を

得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.24(2H,t,J=7.2Hz), 4.87(2H,t,J=7.2Hz), 6.99-7.20(1H,m), 7.07(2H,d,J=8.0Hz), 7.09-7.14(1H,m), 7.31(2H,d,J=8.0Hz), 7.81-7.86(1H,m), 8.12-8.16(1H,m).

[1609] [製造例209-1-4](4-(ピリジン-2-イルオキシ)ベンゼン)-アセトヒドロキシモ イル クロリド

[1610] [化676]

製造例209-1-3に記載の2-(4-(2-ニトローエチル) -フェノキシ) -ピリジン(2.0g、8.2mmol)のメタノール(30mL)溶液にリチウムメトキシド(470mg, 12mmol)を加えた。その混合物を減圧下濃縮した。その残渣にトルエンを加え、その溶媒を減圧下留去した。その残渣の塩化メチレン(40mL)とテトラヒドロフラン(20mL)の溶液に、チタニウム(IV)クロリド(2.3mL、21mmol)を-76℃撹拌下で加えた。その懸濁液を0℃で15分間撹拌し、さらに室温で20分撹拌した。その混合物を氷水に注ぎ、30分間撹拌した。その酢酸エチルを加え、分液した。その有機層を分離し、食塩水(1回)で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(2.1g、98%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- d_{6}) δ (ppm):3.84(2H,s), 7.01-7.05(1H,m), 7.07-7.15(3H,m), 7.29(2H,d,J=8.0Hz), 7.82-7.88(1H,m), 8.13-8.16(1H,m), 11.75(1H,s).

[1611] [実施例210]3-(3-(6-ベンジルーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール -5-イル)-ピリジン-2-イルアミン

[1612] [化677]

製造例1-2-3に記載の3-エチニルーピリジン-2-イルアミン(30mg、0.25

mmol)、製造例210-1-7に記載の2-(6-ベンジルーピリジン-3-イル)ーアセトヒドロキシモイル クロリド(88mg、0.34mmol)、トリエチルアミン(77mg、0.76mmol)そしてテトラヒドロフラン(5mL)の混合物を50℃で25分撹拌した。その反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をNH-シリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1、1:1,酢酸エチル)で精製し、標記化合物(4.6mg、5.3%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.03(2H,s), 4.06(2H,s), 6.26(2H,brs), 6.69(1H,dd,J=4.8,7.6Hz), 6.84(1H,s), 7.15-7.22(1H,m), 7.22-7.30(5H,m), 7.6 5(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 7.86(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.08(1H,dd,J=2.4,4.8Hz), 8.48(1H,d,J=2.4Hz).

出発物質2-(6-ベンジルーピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリドは以下の方法で合成した。

[1613] [製造例210-1-1]6-ブロモーピリジン-3-カルバルデヒド

[1614] [化678]

2, 5-ジブロモピリジン(25g、110mmol)のジエチルエーテル(500mL)溶液に、 -76℃でn-ブチルリチウム(2.67M n-ヘキサン溶液、45mL、120mmol)を滴 下し、25分撹拌した。その溶液に-76℃にてN, N-ジメチルホルムアミド(9.0mL、120mmol)を滴下した。滴下が完了した後、その反応溶液をゆっくりと室温に戻した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=8:1)で精製し、標記化合物(8.0g、41%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):7.89-7.92(1H,m), 8.15-8.19(1H,m), 8.89-8.92(1H,m), 10.09(1H,s).

[1615] [製造例210-1-2]2-ブロモ-5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン

[1616] [化679]

製造例210-1-1に記載の6-ブロモーピリジン-3-カルバルデヒド(8.0g、43 mmol)、エチレングリコール(5.3g、86mmol)、pートルエンスルホン酸(820mg、4.3mmol)、トルエン(110mL)の混合物を加熱還流下40分間撹拌した。(この時、生成した水はDean-Stark Trapで除去した)。その反応溶液を減圧下濃縮し、その残渣を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、NH-シリカゲルをしいたグラスフィルター(酢酸エチルで溶出した)に通した。その溶出液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=8:1)で精製し、標記化合物(5.8g、59%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d) δ (ppm):3.93-4.11(4H,m), 5.84(1H,s), 7.68-7.72(1H,m), 7.77-7.82(1H,m), 8.44-8.47(1H,m).

[1617] [製造例210-1-3]2-ベンジル-5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン [1618] [化680]

亜鉛(5. Og、77mmol、highly reactive Rieke metal、100mLテトラヒドロフラン 懸濁液)、テトラヒドロフラン(300mL)の懸濁液に、0℃でベンジルブロミド(7. 9mL、66mmol)を滴下し、同温で4時間撹拌した。その懸濁液にビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(II) クロリド(5. 8g、8. 8mmol)と製造例210-1-2に記載の2-ブロモ-5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン(11g、49mmol)を加え、さらに室温で2時間撹拌した。反応溶液を塩化アンモニウム水溶液と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1、1:1)で精製し、標記化合物(7. 3g、62%)を得た。 1 H-NMR Spectrum(DMSO-d) 6 0 (ppm):3.92-4.06(4H,m),4.10(2H,s),5.78(1H,s),7.16-7.22(1H,m),7.25-7.32(5H,m),7.74(1H,dd,J=2.0,8.0Hz),8.55(1H,d

J=2.0Hz.

[1619] [製造例210-1-4]6-ベンジルーピリジン-3-カルバルデヒド

[1620] [化681]

製造例210-1-3に記載の2-ベンジル-5-[1,3]ジオキソラン-2-イルーピリジン(7.3g、30mmol)、2N 塩酸(100mL)を100℃で15分撹拌した。反応溶液を室温に戻し、5N 水酸化ナトリウム溶液(40mL)と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(4.7g、79%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.20(2H,s), 7.18-7.25(1H,m), 7.26-7.32(4H,m), 7.50(1H,d,J=8.0Hz), 8.16(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.97-9.01(1H,m), 10.06(1H,s).

[1621] 「製造例210-1-5]2-ベンジル-5-((E)-2-ニトロービニル)ーピリジン

[1622] [化682]

製造例210-1-4に記載の6-ベンジルーピリジン-3-カルバルデヒド(4.7g、24mmol)、ニトロメタン(7.3g、120mmol)、酢酸アンモニウム(5.6g、72mmol)、酢酸(40mL)の混合物を100℃で90分間撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を飽和重曹水で洗浄し、減圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標記化合物(1.2g、21%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):4.11(2H,s), 7.14-7.21(1H,m), 7.23-7.29(4H,m), 7.38(1H,d,J=8.0Hz), 8.12(1H,d,J=13.6Hz), 8.18(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.26(1H,d,J=13.6Hz), 8.87(1H,d,J=2.0Hz).

[1623] 「製造例210-1-6]2-ベンジル-5-(2-ニトローエチル)ーピリジン

[1624] [化683]

製造例210-1-5に記載の2-ベンジル-5-((E)-2-ニトロービニル)ーピリジン(1.2g、5.0mmol)、酢酸(300mg、5.0mmol)、ジメチルスルホキシド(10m L)の混合物に、水素化ホウ素ナトリウム(94mg、2.5mmol)を加え、室温で10分撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、NH-シリカゲルを敷いたグラスフィルター(酢酸エチルで溶出した)に通した。その溶出液を減圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標記化合物(260mg、22%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.19(2H,t,J=6.8Hz), 4.04(2H,s), 4.86(2 H,t,J=6.8Hz), 7.16-7.30(6H,m), 7.62(1H,dd,J=2.4,8.0Hz), 8.39(1H,d,J=2.4Hz).

[1625] [製造例210-1-7]2-(6-ベンジルーピリジン-3-イル)-アセトヒドロキシモイル クロリド

[1626] [化684]

製造例210-1-6に記載の2-ベンジル-5-(2-ニトローエチル)ーピリジン(2 60mg、1. 1mmol)、メタノール(5mL)にリチウムメトキシド(81mg、2. 1mmol)を加え、減圧下濃縮した。その残渣の塩化メチレン(5mL)とテトラヒドロフラン(2. 5mL)の懸濁液に、-76℃でチタニウム(IV) クロリド(0. 38mL、3. 4mmol)を滴下し、室温で20分撹拌した。その反応溶液を氷水に加え、酢酸エチルで抽出した。水層をさらに酢酸エチル(4回)で抽出した。その有機層を合わせ、食塩水(1回)で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣にテトラヒドロフランを加えた。生じた不溶物をろ去した。そのろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(180mg、63%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- 1 d) δ (ppm):3.83(2H,s), 4.07(2H,s), 7.17-7.22(1H,m), 7.25-7.30(5H,m), 7.60(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.39(1H,d,J=2.0Hz), 11.77(1H,d)

,s).

[1627] [実施例211]3-(3-(2-フルオロ—4-(ピリジン—2-イルオキシメチル)-ベンジル)-イソキサゾール—5-イル)-ピリジン—2,6-ジアミン

[1628] [化685]

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(43.2mg、0.325mmol)と製造例204-1-8に記載の(2-フルオロ-4-(ピリジン-2-イルオキシメチル)ーフェニル)アセトビロキシモイル クロライド(150mg、0.509mmol)のテトラビドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(97.2 μ L、0.697mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1ついで酢酸エチル)で精製し、標記化合物(73mg、37%)を得た。1H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):4.05(2H,s),4.49(2H,brs),5.26(2H,brs),5.37(2H,s),5.91-5.94(1H,m),6.06(1H,s),6.81-6.83(1H,m),6.89-6.92(1H,m),7.18-7.29(3H,m),7.48-7.51(1H,m),7.58-7.62(1H,m),8.16-8.18(1H,m).

[1629] [実施例212]3-(4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール -3-イルメチル)-フェノキシメチル)-ベンゾニトリル

[1630] [化686]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-i)アミノーピリジン-3-d)ルー)ーイソキサゾール-3-dルメチル)-フェノール(100mg、0.36mmol)のメタノール(6.3mL)溶液に、2N 水酸化ナトリウム水溶液(180 μ L、0.36mmol)を加えた。その混合物を減圧下濃縮した。残渣にN、N-iジメチルホルムアミド(1.3mL)と3-iプロ

モメチルーベンゾニトリル (58mg、0. 29mmol)を加え、60℃で15分撹拌した。その 反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。そ の残渣をNHーシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘプタン:酢酸エチル=1:2、つ いで酢酸エチル)で精製し、標記化合物 (24mg、17%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.88(2H,s), 5.14(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.98(2H,d,J=8.4Hz), 7.23(2H,d,J=8.4Hz), 7.50(1H,d,J=8.4Hz), 7.61(1H,dd,J=8.0,8.0Hz), 7.76-7.82(2H,m), 7.91 (1H,s).

[1631] [実施例213]3-(4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イル)-イソキサゾール -3-イルメチル)-フェノキシメチル)-ベンゾイック アシッド メチル エステル

[1632] [化687]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾール-3-イルメチル)-フェノール(200mg、0.71mmol)と3-ブロモメチルーベンゾイック アシッド メチルエステル(160mg、0.71mmol)を用いて、実施例212と同様の手法により、標記化合物(48mg、16%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.86(3H,s), 3.88(2H,s), 5.17(2H,s), 5. 79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.11(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.97(2H,d,J=8.4Hz), 7.22(2H,d,J=8.4Hz), 7.50(1H,d,J=8.4Hz), 7.55(1H,dd,J=8.0,8.0Hz), 7.71(1H,d,J=8.0Hz), 7.91(1H,d,J=8.0Hz), 8.03(1H,s).

[1633] [実施例214]3-(3-(4-(3-エチニルーベンジルオキシ)-ベンジル)-イソキサ ゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1634] [化688]

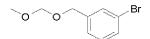
製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-ジアミノーピリジン-3-イルー)ーイソキサゾール-3-イルメチル)ーフェノール(150mg、0.53mmol)と製造例214-1-2に記載の(3-エチニルーフェニル)ーメタノール(91mg、0.69mmol)とトリフェニルホスフィン(180mg、0.69mmol)のテトラヒドロフラン(10mL)溶液に、ジエチルアゾジカルボキシレート(300mg、0.69mmol、40%トルエン溶液)を加え、室温で30分撹拌した。反応液にNHシリカゲルを加え、溶媒を減圧下溜去した。そのシリカゲルに吸着させた粗生成物をNHーシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=2:1、次に1:1、次に酢酸エチル)で精製し、標記化合物(110mg、51%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.88(2H,s), 4.20(1H,s), 5.09(2H,s), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.10(2H,brs), 6.34(1H,s), 6.96(2H,d,J=8.8Hz), 7.22(2H,d,J=8.8Hz), 7.38-7.54(5H,m).

出発物質(3-エチニル-フェニル)ーメタノールは以下の方法で合成した。

[1635] [製造例214-1-1]1-ブロモ-3-メトキシメトキシメチル-ベンゼン

[1636] [化689]



3ーブロモベンジルアルコール(10g、54mmol)のテトラヒドロフラン(100ml)溶液に、室温で水素化ナトリウム(2.3g、98mmol、60% in oil)を加えた。次に、その懸濁液にクロロメチル メチル エーテル(5.2g、64mmol)を加え、60℃で15分撹拌した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=8:1)で精製し、標記化合物(10g、83%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.30(3H,s), 4.53(2H,s), 4.66(2H,s), 7. 30-7.38(2H,m), 7.47-7.51(1H,m), 7.54(1H,m).

[1637] 「製造例214-1-2](3-エチニルーフェニル) - メタノール

[1638] [化690]

製造例214-1-1に記載の1-ブロモ-3-メトキシメトキシメチル-ベンゼン(3. 0g、13mmol)、トリメチルシリルアセチレン(2. 6g, 26mmol)、N, N-ジイソプロピルエチルアミン(3.4g、26mmol)、ヨウ化銅(I)(500mg、2.6mmol)そして1-メ チルー2ーピロリドン(30mL)の混合物に、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウ ム(0)(1.5g、1.3mmol)を加え、60℃で15分撹拌した。その混合物を水と酢酸エ チルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルクロ マトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=8:1)で精製し、(3-メトキシメトキシメチルー フェニルエチニル) ートリメチルーシランと1ーブロモー3ーメトキシメトキシメチルーベ ンゼンの混合物(3.0g、(3ーメトキシメトキシメチルーフェニルエチニル)ートリメチル ーシランを約30%含む)を得た。その混合物のテトラヒドロフラン(20mL)溶液に、テ トラブチルアンモニウムフルオライド(2mL、1M テトラヒドロフラン溶液)を加え、室温 で15分撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減 圧下濃縮した。その残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=20: 1)で精製し、1-エチニル-3-メトキシメトキシメチル-ベンゼン(470mg)を得た。 この1-エチニル-3-メトキシメトキシメチル-ベンゼン(470 mg, 2.6 mmol)のメ タノール(10mL)溶液に5N 塩酸を加え、70℃で25分撹拌した。反応溶液を水と 酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮することにより、標記化合 物(350mg、20%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):4.15(1H,s), 4.49(2H,d,J=6.0Hz), 5.25(1H,t,J=6.0Hz), 7.31-7.35(3H,m), 7.40-7.42(1H,m).

[1639] [実施例215]3-(3-(4-(6-クロローピラジン-2-イルオキシ)-ベンジル)-イ ソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1640] [化691]

製造例18−1−1に記載の4−(5−(2,6−ジアミノーピリジン−3−イルー)ーイソキサゾール−3−イルメチル)−フェノール(50mg、0.18mmol)のメタノール(1.5 mL)溶液に2N 水酸化ナトリウム溶液(89 μ L)を加え、減圧下濃縮した。その残渣に2,6−ジクロロピラジン(28mg、0.19mmol)とN,N−ジメチルホルムアミド(0.75mL)を加え、100℃で10分撹拌した。反応溶液を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をNH−シリカゲルクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1つぎに酢酸エチル)で精製し、標記化合物(47mg、67%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):4.01(2H,s), 5.82(2H,brs), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 6.12(2H,brs), 6.44(1H,s), 7.21(2H,d,J=8.4Hz), 7.40(2H,d,J=8.4Hz), 7.5 3(1H,d,J=8.4Hz), 8.50(1H,s), 8.53(1H,s).

[1641] [実施例216]3-(3-(4-ベンジルスルファニルーベンジル)-イソキサゾール-5 -イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1642] [化692]

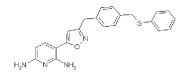
製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(50mg、0.3 76mmol)と製造例205-1-5に記載の(4-ベンジルフェニルスルファニル―フェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド(176mg、0.602mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(131 µ L、0.94mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1ついで酢酸エチル)で精製し、標記化合物(80mg、55%)を得た。

¹H-NMR Spectrum (CDCl₃) δ (ppm):3.97(2H,s), 4.10(2H,s), 4.47(2H,brs), 5.25 (2H,brs), 5.92(1H,d,J=8.2Hz), 5.96(1H,s), 7.17(2H,d,J=8.8Hz), 7.23-7.29(7H,m), 7.47(1H,d,J=8.2Hz).

[1643] [実施例217]3-(3-(4-フェニルスルファニルメチル―ベンジル)-イソキサゾー

(1) (1)

[1644] [化693]



製造例13-1-3に記載の3-xチニルーピリジン-2, 6-ジアミン(50mg、0. 376mmol)と製造例206-1-6に記載の(4-フェニルスルファニルメチルーフェニル)アセトヒドロキシモイル クロライド(176mg、0. 602mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(131μ L、0. 94mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: 2 $^$

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.98(2H,s), 4.11(2H,s), 4.46(2H,brs), 5.25 (2H,brs), 5.92(1H,d,J=8.4Hz), 5.97(1H,s), 7.18-7.32(9H,m), 7.47(1H,d,J=8.4Hz).

[1645] [実施例218]3-(3-(4-(3-メチル-2-ブト-2-エニルオキシ)-ベンジル) -イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1646] [化694]

製造例18-1-1に記載の4-(5-(2,6-i)アミノーピリジン-3-4ルー)-4ソキサゾール<math>-3-4ルメチル)-フェノール(50mg,0.18mmol)と1-ブロモ-3-4メチルーブト-2-エン(32mg,0.21mmol)を用いて、実施例212と同様の方法により、標記化合物(15mg,23%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO- $_{6}$) δ (ppm):1.69(3H,s), 1.73(3H,s), 3.87(2H,s), 4. 48(2H,d,J=6.4Hz), 5.41(1H,t,J=6.4Hz), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.0Hz), 6.10(

2H,brs), 6.34(1H,s), 6.86(2H,d,J=8.4Hz), 7.19(2H,d,J=8.4Hz), 7.50(1H,d,J=8.0Hz).

[1647] [実施例219]3-(3-(4-プロプ-2-イニルオキシ-ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1648] [化695]

製造例18-1-1に記載の $4-(5-(2,6-\tilde{y})$ アミノーピリジン-3-4ルー) -4ソキサゾール-3-4ルメチル) -7ェノール(50mg、0.18mmol)とプロパギルブロマイド(32mg、0.27mmol)を用いて、実施例212と同様の方法により、標記化合物(38mg、66%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.54(1H,t,J=2.0Hz), 3.89(2H,s), 4.76(2 H,d,J=2.0Hz), 5.79(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.4Hz), 6.10(2H,brs), 6.35(1H,s), 6.9 3(2H,d,J=8.8Hz), 7.23(2H,d,J=8.8Hz), 7.51(1H,d,J=8.4Hz).

[1649] [実施例220]3-(3-(4-ブロモ―ベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1650] [化696]

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(50mg、0.3 76mmol)と製造例207-1-3に記載の4-ブロモフェニル アセトヒドロキシモイル クロライド(150mg、0.602mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(131 μ L、0.94mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1ついで酢酸エチル)で精製し、標記化

合物(85mg、66%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 4.48(2H,brs), 5.26(2H,brs), 5. 92(1H,d,J=8.4Hz), 5.97(1H,s), 7.15-7.13(2H,m), 7.44-7.46(2H,m), 7.48(1H,d, J=8.4Hz).

[1651] [実施例221]3-(3-(5-(4-フルオローベンジル)-フラン-2-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1652] [化697]

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(50mg、0.3 76mmol)と製造例208-1-5に記載の(5-(4-フルオローベンジル)-フランー2-イル)アセトヒドロキシモイル クロライド(161mg、0.602mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、トリエチルアミン(131 μ L、0.94mmol)を加え、室温で19時間攪拌した。その混合物を水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、水と飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過した。そのろ液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘプタン=1:1ついで酢酸エチル)で精製し、標記化合物(45mg、33%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (CDCl $_{3}$) δ (ppm):3.91(2H,s), 3.99(2H,s), 4.49(2H,brs), 5.25 (2H,brs), 5.92(1H,d,J=2.8Hz), 5.95(1H,d,J=8.4Hz), 6.04(1H,s), 6.06(1H,d,J=2.8 Hz), 6.96-7.01(2H,m), 7.17-7.21(2H,m), 7.45(1H,d,J=8.4Hz).

[1653] [実施例222]3-(3-(4-(ピリジン-2-4)ルオキシ)-ベンジル)-4ソキサゾール-5-4)-ピリジン-2,6-ジアミン

[1654] [化698]

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(45mg、0.34

mmol) と製造例209-1-4に記載の(4-(ピリジン-2-イルオキシ)ベンゼン) - アセトヒドロキシモイル クロリド(300mg、1.1mmol)のテトラヒドロフラン(15mL)溶液にトリエチルアミン(120mg、1.1mmol)を加え、60℃で10分撹拌した。反応溶液を室温に戻し、NH-シリカゲルを加えた後、その溶媒を減圧下留去した。NH-シリカゲルに吸着させた粗生成物をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘプタン:酢酸エチル=1:1、ついで酢酸エチル)で精製し、標記化合物(57mg、14%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum(DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.97(2H,s), 5.82(2H,brs), 5.84(1H,d,J=8 .0Hz), 6.11(2H,brs), 6.42(1H,s), 6.99-7.03(1H,m), 7.05-7.13(3H,m), 7.34(2H,d,J=8.0Hz), 7.53(1H,d,J=8.0Hz), 7.81-7.86(1H,m), 8.12-8.14(1H,m).

[1655] [実施例223]3-(3-(6-ベンジル-ピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, 6-ジアミン

[1656] [化699]

製造例13-1-3に記載の3-エチニルーピリジン-2,6-ジアミン(20mg、0.15 mmol)と製造例210-1-7に記載の2-(6-ベンジルーピリジン-3-イル)ーアセトビドロキシモイル クロリド(79mg、0.30mmol)のテトラビドロフラン(5mL)溶液に、トリエチルアミン(46mg、0.45mmol)を加え、50℃で30分撹拌した。反応溶液を室温に戻し、水と酢酸エチルに分配した。その有機層を分離し、減圧下濃縮した。その残渣をNH-シリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチルついで酢酸エチル:メタノール=20:1)で精製し、標記化合物(43mg、80%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.95(2H,s), 4.05(2H,s), 5.80(2H,brs), 5.82(1H,d,J=8.8Hz), 6.11(2H,brs), 6.40(1H,s), 7.15-7.30(6H,m), 7.50(1H,d,J=8.8Hz), 7.62(1H,dd,J=2.0,8.0Hz), 8.46(1H,d,J=2.0Hz).

[1657] [実施例224]

3-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イ

$$(\mathcal{N})$$
 $-\mathbb{N}^6$ $-$ メチルーピリジン -2 , 6 $-$ ジアミン

[1658] [化700]

実施例25に記載の3-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)ーイソキサゾール-5-イル)ーピリジン-2,6-ジアミン(50mg、0.13mmol)とN,Nージメチルホルムアミド(0.5mL)の混合物に、室温でホルムアルデヒド水溶液(14mg、含量37%、0.17mmol)、αーピコリンボラン(17mg、0.16mmol)および酢酸(50 μ L)を加え、同温で終夜攪拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物の粗体を得、次いで、シリカゲル薄層クロマトグラフィー(ジエチルエーテル:ヘキサン=2:1)で精製し、標記化合物(2.3mg、4.4%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):2.76(3H,d,J=4.2Hz), 3.91(2H,s), 5.33(2H,s), 5.83(1H,d,J=8.4Hz), 5.87(2H,brs), 6.40(1H,s), 6.68(1H,brs), 6.85(1H,d,J=8.6Hz), 7.31-7.33(1H,m), 7.35-7.39(2H,m), 7.42-7.44(2H,m), 7.52(1H,d,J=8.6Hz), 7.66(1H,dd,J=2.1,8.3Hz), 8.14(1H,d,J=2.6Hz).

[1659] [実施例225]

2-(6-アミノ-5-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキ サゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミノ)-エタノール

[1660] [化701]

$$\mathsf{HO} \underbrace{\hspace{1cm}}_{\mathsf{N}} \mathsf{N} \mathsf{H}_2$$

実施例25に記載の3-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)-イ ソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2,6-ジアミン(40mg、0.11mmol)とN,N ージメチルホルムアミド (0.5 mL) の混合物に、室温で2ーヒドロキシアセトアルデヒド (7.7 mg, 0.13 mmol)、 α ーピコリンボラン (14 mg, 0.13 mmol) および酢酸 $(40 \mu \text{L})$ を加え、同温で100分間攪拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー (Pセトニトリル-水系移動相(0.1% トリフルオロ酢酸含有) を用いた)にて精製し、標記化合物の粗体を得、次いで、(NHシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル: メタノール=50:1) で精製し、標記化合物 (4.5 mg, 10%) を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d₆) δ (ppm):3.31-3.34(2H,m), 3.48-3.51(2H,m), 3.91(2H,s), 5.33(2H,s), 5.86(2H,brs), 5.89(1H,d,J=8.6Hz), 6.39(1H,s), 6.72(1H,brs), 6.85(1H,d,J=8.4Hz), 7.29-7.33(1H,m), 7.35-7.39(2H,m), 7.42-7.44(2H,m), 7.50(1H,d,J=8.6Hz), 7.66(1H,dd,J=2.6,8.6Hz), 8.14(1H,d,J=2.0Hz).

[1661] [実施例226]N-(6-アミノ-5-(3-(6-ベンジルオキシ-ピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イル)-2-メトキシ-アセタミド [1662] [化702]

実施例25に記載の3-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2, <math>6-ジアミン(40 mg, 0.11 mmol)とジクロロメタン(1 mL)の混合物に、室温でトリエチルアミン $(22 \, \mu \, \text{L}, 0.16 \text{mmol})$ とメトキシアセチル クロリド(15 mg, 0.14 mmol)を加え、同温で2時間攪拌した。反応混合物中で析出した固体をろ取した。得られた固体にテトラヒドロフランを加え、ろ過した。ろ液を減圧下濃縮することにより、標記化合物(3.4 mg, 7%)を得た。

 1 H-NMR Spectrum (DMSO-d $_{6}$) δ (ppm):3.37(3H,m), 3.98(2H,s), 4.05(2H,s), 5 .33(2H,s), 6.23(2H,brs), 6.73(1H,s), 6.86(1H,d,J=8.4Hz), 7.29-7.33(1H,m), 7. 35-7.44(5H,m), 7.68(1H,dd,J=2.6,8.4Hz), 7.91(1H,d,J=8.4Hz), 8.16(1H,d,J=2.4 Hz), 9.50(1H,brs).

[1663] [実施例227](6-アミノ-5-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)ーイソキサゾール-5-イル)ーピリジン-2-イルアミノ)ーアセティック アシッドエチル エステル

[1664] [化703]

実施例25に記載の3-(3-(6-ベンジルオキシーピリジン-3-イルメチル)ーイソキサゾール-5-イル)ーピリジン-2,6ージアミン(40mg、0.11mmol)とN,Nージメチルホルムアミド(0.5mL)の混合物に、室温でグリオキシリック アシッド エチル エステル、ポリマー フォーム(16mg、0.16mmol)、αーピコリンボラン(14mg、0.13mmol)および酢酸(40μL)を加え、同温で終夜攪拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(4.9mg、8%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

MS m/e(ESI) 460.51(MH⁺)

[1665] [実施例228](3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イル)-ジメチル-アミン

[1666] [化704]

実施例1に記載の3-(3-(4-ベンジルオキシーベンジル)-イソキサゾール-5-イル)-ピリジン-2-イルアミン(50mg、0. 14mmol)とN,N-ジメチルホルムアミド(0. 5mL)の混合物に、室温でホルムアルデヒド水溶液(34mg、含量37%、0. 42mmol)、 α -ピコリンボラン(37mg、0. 35mmol)、および酢酸(50 μ L)を加え、

同温で終夜攪拌した。反応混合物にトリフルオロ酢酸(50 µ L)を加え、室温で30分間攪拌した。減圧下溶媒留去し、得られた残渣を逆相系高速液体クロマトグラフィー(アセトニトリルー水系移動相(0.1%トリフルオロ酢酸含有)を用いた)にて精製し、標記化合物(15mg、21%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

 $MS m/e(ESI) 386.30(MH^{+})$

[1667] 本発明化合物(I)またはその塩は、真菌のGPI生合成阻害に基づく優れたGPIアンカー蛋白質輸送過程の阻害活性、抗カンジダ活性、抗アスペルギルス活性を示し、さらに、物性、安全性および代謝的安定性の面でも優れており、真菌感染症の予防剤または治療剤として極めて有用である。

[1668] [薬理試験例]

本発明化合物(I)の有用性を示すため、本発明化合物(I)の抗真菌活性について、1. 抗カンジダ活性および抗アスペルギルス活性、2. マウスのカンジダ全身感染実験系での活性を測定した。

[1669] 1. 抗カンジダ活性及び抗アスペルギルス活性

(1).菌液の調整

C. albicans CAF2−1株は、サブローデキストロース液体培地(SDB)に30℃、48時間静置培養した菌液をRPMI1640培地で希釈し、1.2x10³cells/mLの菌液に調整した。A. fumigatus Tsukuba株は、−80℃凍結保存株をRPMI1640培地で希釈し、4.5x10³cells/mLの菌液に調整した。

[1670] (2).薬剤希釈プレートの作製

U底96wellプレートを用い、8検体/プレート(A~H)の検体希釈溶液を作製した。 各プレートの2~12列目にジメチルスルホキシド溶液を $10\,\mu$ L分注した。秤量した検体をジメチルスルホキシドに溶解し、 $2.5\,\mathrm{mg/mL}$ の溶液を作製後、この溶液を準備したプレートの1列目に $20\,\mu$ L添加し、プレート上で12段階2倍階段希釈(溶液 $10\,\mu$ L+ジメチルスルホキシド溶液 $10\,\mu$ L)した。この検体希釈溶液を $1\,\mu$ LづつMIC測定用の平底96wellプレートに分注し、検体希釈プレートを作製した。

[1671] (3).菌液の接種および培養

(1)で調整した菌液を、(2)で作製した被検化合物希釈液1 µ L/wellが入った平底96

wellプレートに99 µ L/well接種し、35℃で42~48時間、好気的に静置培養した。

[1672] (4).MIC測定

一見して、コントロールと比較して菌の増殖を明らかに抑制した最小濃度を最小発育阻止濃度(MIC)とした。

[1673] 1に記載の測定法で、以下の実施例で合成した代表的な化合物について、抗カンジダ活性及び抗アスペルギルス活性を測定した。その結果は、表1~表6に示す通り、本発明化合物が、抗カンジダ活性および抗アスペルギルス活性を有することが明らかとなった。

[1674] [表1]

表1

Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス	Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス
	(μg/mL)	活性(μg/mL)		(μg/mL)	活性(μg/mL)
1	0.20	0.20	21	1.56	0.78
2	0.05	0.20	22	0.20	0.39
3	0.10	0.78	23	0.78	1.56
4	0.20	0.39	24	0.39	0.78
5	0.39	0.39	25	0.20	0.20
6	0.39	0.39	26	0.78	0.78
7	1.56	0.20	27	0.20	0.39
8	1.56	0.78	28	>25	0.39
9	0.20	0.39	29	0.39	0.20
10	0.39	0.78	30	0.10	0.20
11	0.10	0.39	31	0.20	0.39
12	0.10	0.10	32	0.20	0.78
13	0.20	0.10	33	0.39	0.78
14	0.39	0.39	34	0.78	0.39
15	0.20	0.39	35	0.20	1.56
16	0.39	0.39	36	0.39	0.78
17	0.78	0.20	37	0.39	1.56
18	1.56	0.78	38	0.78	1.56
19	0.78	0.39	39	3.13	3.13
20	0.78	0.20	40	0.39	0.39

[1675] [表2]

表2

Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス	Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス
	(μg/ m L)	活性(μg/mL)		$(\mu g/\text{mL})$	活性(µg/mL)
41	0.39	0.20	61	0.20	0.39
42	0.78	1.56	62	0.20	0.20
43	0.20	0.39	63	0.78	0.78
44	1.56	1.56	64	0.20	0.78
45	0.39	0.20	65	0.39	0.78
46	0.05	0.20	66	0.10	0.78
47	0.20	0.39	67	1.56	0.78
48	0.39	0.20	68	0.10	0.39
49	0.05	0.39	69	0.10	0.20
50	0.78	1.56	70	1.56	0.39
51	0.10	0.39	71	0.20	0.39
52	0.39	0.39	72	6.25	12.5
53	0.20	0.20	73	0.10	0.39
54	0.10	0.39	74	0.10	0.20
55	0.05	0.10	75	0.78	0.20
56	1.56	>25	76	1.56	1.56
57	0.05	0.20	77	0.20	0.39
58	0.78	0.10	78	0.78	1.56
59	0.39	0.39	79	1.56	6.25
60	0.20	1.56	80	0.20	0.78

[1676] [表3]

表3

Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス	Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス
	(μg/mL)	活性(μg/mL)		$(\mu g/mL)$	活性(μg/mL)
81	0.20	0.39	101	1.56	1.56
82	0.20	0.39	102	0.20	0.39
83	0.20	0.20	103	1.56	0.78
84	3.13	>25	104	0.78	0.78
85	1.56	3.13	105	0.20	0.20
86	0.05	0.20	106	0.78	0.20
87	0.20	0.78	107	0.78	0.78
88	0.20	0.20	108	1.56	3.13
89	0.39	0.20	109	0.39	0.78
90	1.56	0.39	110	0.78	0.78
91	0.20	0.10	111	0.39	0.78
92	0.39	0.39	112	0.78	0.39
93	0.20	1.56	113	0.10	0.20
94	0.78	0.39	114	6.25	6.25
95	0.39	1.56	115	0.10	0.20
96	3.13	0.78	116	0.78	0.20
97	0.39	0.20	117	1.56	0.78
98	0.39	0.39	118	0.78	3.13
99	3.13	0.78	119	0.39	0.78
100	3.13	6.25	120	0.39	0.20

[1677] [表4]

表4

Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス	Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス
	$(\mu g/\text{mL})$	活性(µg/mL)		$(\mu g/mL)$	活性(µg/mL)
121	0.39	0.78	141	0.39	0.20
122	1.56	0.78	142	0.39	0.39
123	0.20	0.39	143	0.39	0.78
124	0.20	0.39	144	0.39	0.20
125	0.10	0.39	145	6.25	12.5
126	1.56	0.39	146	6.25	>25
127	0.78	1.56	147	1.56	1.56
128	0.20	0.39	148	0.20	0.20
129	0.20	0.20	149	6.25	1.56
130	1.56	0.20	150	0.39	0.78
131	0.20	0.20	151	0.78	0.39
132	3.13	3.13	152	0.78	0.39
133	0.20	0.39	153	1.56	0.39
134	0.39	0.78	154	0.78	1.56
135	0.78	0.39	155	0.10	0.10
136	0.20	0.20	156	0.20	0.20
137	0.78	1.56	157	3.13	0.78
138	0.78	0.78	158	1.56	3.13
139	1.56	>25	159	0.78	3.13
140	0.20	0.78	160	0.39	0.78

[1678] [表5]

表5

Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス	Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス
	$(\mu g/\text{mL})$	活性(μg/mL)		$(\mu g/mL)$	活性(µg/mL)
161	0.39	0.39	181	1.56	0.39
162	0.78	0.39	182	>25	0.20
163	3.13	1.56	183	0.20	0.78
164	6.25	6.25	184	>25	0.39
165	0.78	1.56	185	0.78	0.78
166	0.39	0.78	186	3.13	0.78
167	1.56	0.78	187	1.56	0.78
168	0.78	0.78	188	1.56	0.78
169	0.39	0.39	189	0.05	0.20
170	0.78	0.39	190	0.78	0.78
171	0.20	0.39	191	0.20	0.39
172	6.25	12.5	192	0.39	1.56
173	1.56	0.78	193	0.78	0.78
174	6.25	1.56	194	1.56	3.13
175	0.78	1.56	195	0.39	0.78
176	0.20	0.20	196	6.25	6.25
177	0.39	0.78	197	3.13	1.56
178	0.39	0.20	198	0.78	1.56
179	0.78	0.39	199	3.13	6.25
180	0.39	1.56	200	3.13	3.13

[1679] [表6]

表6

WO 2007/052615

Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス	Ex. No.	抗カンジダ活性	抗アスペルギルス
	$(\mu g/mL)$	活性(μg/mL)		(μg/mL)	活性(μg/mL)
201	0.78	0.39	215	0.39	0.78
202	0.05	0.20	216	0.39	0.39
203	0.20	1.56	217	0.10	0.20
204	0.20	0.39	218	0.20	0.10
205	0.39	0.78	219	3.13	3.13
206	0.10	0.39	220	6.25	6.25
207	25	6.25	221	1.56	0.39
208	6.25	0.78	222	0.39	0.39
209	0.20	0.39	223	0.39	0.39
210	0.10	0.20	224	0.39	0.20
211	0.39	0.39	225	0.78	3.13
212	0.78	0.78	226	0.39	0.39
213	6.25	1.56	227	1.56	1.56
214	0.39	0.39	228	0.78	0.78

[1680] 2. マウスのカンジダ全身感染実験系

(1).接種菌液の調整

C. albicans E81022株を、サブローデキストロース寒天培地(SDA)に30℃、48時間静置培養し、回収した菌体を滅菌生理食塩水に懸濁した。血球計算盤にて菌数を数え、 $2x10^7$ cells/mLとなるように滅菌生理食塩水で希釈したものを接種菌液とした。

[1681] (2).感染

接種菌液0.2mLを4.5~5.5週齢の雌性ICR系マウス尾静脈へ接種した $(4x10^6 cells/mouse)$ 。

[1682] (3).治療

菌接種0.5~1時間後から4時間毎に3回、薬剤溶液(6.5%ジメチルスルホキシドおよび3.5%Tween80を含有する滅菌生理食塩水に溶解あるいは懸濁)0.2mLを経口ゾンデを用い、胃内へ投与した。薬剤投与量は2.5または10mg/kgとし、一群の動物数は5匹で行った。

[1683] (4).効果の判定

感染防御効果は、感染14日後まで生死を観察し、平均生存日数を算出することにより判定した。

その結果、表7および表8に示す通り、本発明化合物を投与したマウスは、非投与 群と比較して長期に亘り生存し、本発明の化合物がin vivoにおいても抗カンジダ活 性を示すことが明らかとなった。

[1684] [表7]

表7

宇振和		平均生存日数	
実施例	非投与群	2.5mg/kg	10mg/kg
1	4.0	12.2	14.0
2	4.0	13.2	14.0
9	3.4	12.8	14.0
11	2.6	8.2	13.6
12	2.6	10.8	14.0
13	6.0	13.8	14.0
14	4.0	13.4	14.0
15	2.6	10.8	12.6
16	4.0	4.8	12.8
17	4.0	8.2	13.0
24	2.6	7.4	14.0
25	2.6	12.2	-
27	2.6	3.0	10.0
29	3.2	-	11.4
30	6.0	13.0	-
31	6.0	-	13.0
32	6.0	10.2	12.2
33	6.0	2.4	8.4
36	6.0	9.4	14.0
37	6.0	5.4	14.0
38	6.0	4.8	10.0
40	4.0	11.6	14.0
41	4.0	11.4	11.8

[1685] [表8]

表8

中长何		平均生存日数	
実施例	非投与群	2.5mg/kg	10mg/kg
43	3.2	10.6	14.0
45	3.2	10.6	10.8
51	4.0	13.5	14.0
52	4.0	10.6	13.4
54	2.8	13.0	13.6
55	2.8	13.8	14.0
58	2.8	3.8	12.0
62	1.4	10.2	-
73	2.2	4.4	12.6
102	3.2	13.2	13.0
104	3.2	8.2	13.2
105	3.2	5.4	12.8
109	2.8	11.0	11.8
110	2.8	12.0	_
111	2.8	13.6	-
112	4.0	-	12.2
113	2.8	13.0	14.0
115	2.8	10.8	13.2
116	2.8	4.6	12.6
120	2.8	3.2	13.4
131	1.4	12.6	12.8
133	2.2	7.0	13.4
135	2.2	11.0	13.4
151	2.4	7.0	14.0
155	2.4	10.4	13.0
166	2.8	3.4	12.4
171	2.8	8.4	12.6
176	4.2	12.6	13.4
192	1.0	3.2	9.4
202	1.0	2.4	10.0

産業上の利用可能性

[1686] 本発明によれば、本発明化合物(I)またはその塩は、1)真菌のGPI生合成阻害に

WO 2007/052615 PCT/JP2006/321678 490

基づいて細胞壁表層蛋白質の発現を阻害し、細胞壁assemblyを阻害するとともに真菌が細胞へ付着するのを阻害して、病原体が病原性を発揮できないようにすることより、感染症の発症、進展、持続に対して効果を示し、2)物性、安全性および代謝的安定面でも優れており、真菌感染症の予防または治療剤として極めて有用である。

請求の範囲

[1] 下式(I)で表される化合物またはその塩;

[化1]

$$R^4$$
 R^1
 R^2
 R^3
 R^3
 R^3

式中、

 R^1 が、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、 R^{11} -NH- $(R^{11}$ が、 C_{1-6} アルキル基、ヒドロキシ C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシカルボニル C_{1-6} アルキル基を意味する。)、 R^{12} -(CO)-NH- $(R^{12}$ が、 C_{1-6} アルキル基または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基)、 C_{1-6} アルキル基、ヒドロキシ C_{1-6} アルキル基、シアノ C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシを基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルコキシを基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルカタ C_{1-6}

 R^2 が、水素原子、C アルキル基、アミノ基、またはジC アルキルアミノ基を意味し;

XおよびYの一方が、窒素原子を、他方が、窒素原子または酸素原子を意味し; 環Aが、ハロゲン原子もしくはC₁₋₆アルキル基を1個もしくは2個有していてもよい、5 もしくは6員のヘテロアリール環またはベンゼン環を意味し;

Zが、単結合、メチレン基、エチレン基、酸素原子、硫黄原子、 $-CH_2O-$ 、 $-OCH_2-$ 、-NH-、-NH-、 $-NHCH_2-$ 、 $-CH_2S-$ 、または $-SCH_2-$ を意味し:

 R^3 が、水素原子、ハロゲン原子、または、それぞれ置換基群 α から選ばれる置換基を1個もしくは2個有していてもよい、 C_{1-6} アルキル基、 C_{3-8} シクロアルキル基、 C_{6-10} アリール基、5もしくは6員へテロアリール基、または5もしくは6員の非芳香族系へテロ環式基を意味し:

R⁴が、水素原子またはハロゲン原子を意味する。

ただし、Zが単結合である場合または R^3 が水素原子である場合、 R^1 、 R^2 、および R^4 は同時に水素原子とならない。

[置換基群α]

ハロゲン原子、シアノ基、C アルキル基、C アルコキシ基、C アルコキシカルボニル基、C シクロアルキル基、C アルケニル基、およびC アルキニル基 \mathbb{Z}_{2-6}

[2] 下式(I)

[化2]

$$R^4$$
 R^1
 R^2
 R^3
 R^3
 R^3

で表される化合物の下式(II)

[化3]

で表される部分構造が、下記の群から選ばれる部分構造である請求項1に記載の化合物またはその塩。

[化4]

[3] XおよびYの一方が窒素原子で、他方が酸素原子である請求項1に記載の化合物 またはその塩。

[4] 下式(I)

[化5]

$$\mathbb{R}^4$$
 \mathbb{R}^3 \mathbb{R}^3 \mathbb{R}^3

で表される化合物の下式(II)

[化6]

で表される部分構造が、下式(III)

[化7]

で表される部分構造、または下式(IV)

[化8]

で表される部分構造である請求項3に記載の化合物またはその塩。

[5] XおよびYがともに窒素原子である請求項1に記載の化合物またはその塩。

[6] 下式(I)

[化9]

$$\begin{array}{c|c}
R^4 & X & A \\
R^1 & N & R^2
\end{array}$$
(I)

で表される化合物の下式(II)

[化10]

で表される部分構造が、下式(V)

[化11]

で表される部分構造または下式(VI)

[化12]

で表される部分構造である請求項5に記載の化合物またはその塩。

- [7] R²がアミノ基である請求項1ないし6のいずれか1項に記載の化合物またはその塩。
- [8] R^1 が、水素原子、アミノ基、または C_{1-6} アルコキシ C_{1-6} アルキル基である請求項7に記載の化合物またはその塩。
- [9] R^1 がアミノ基であって、 R^2 が水素原子である請求項1ないし6のいずれか1項に記載の化合物またはその塩。
- [10] 環Aが、ピリジン環、ベンゼン環、フラン環、チオフェン環、またはピロール環である 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物またはその塩。
- [11] 環Aが、ピリジン環またはベンゼン環である請求項10に記載の化合物またはその 塩。
- [12] Zが、酸素原子、 $-CH_2O-$ 、または $-OCH_2-$ である請求項1ないし11のいずれか1項に記載の化合物またはその塩。
- [13] 請求項1ないし12のいずれか1項に記載の化合物またはその塩を含有する医薬組成物。
- [14] 請求項1ないし12のいずれか1項に記載の化合物またはその塩を含有する医薬。
- [15] 請求項1ないし12のいずれか1項に記載の化合物またはその塩を有効成分とする 抗真菌剤。
- [16] 請求項1ないし12のいずれか1項に記載の化合物またはその塩の薬理学的有効量を投与して、真菌感染症を予防および/または治療する方法。
- [17] 抗真菌剤の製造のための請求項1ないし12のいずれか1項に記載の化合物またはその塩の使用。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2006/321678

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
	04(2006.01)i, A61K31/4439(2006. 0(2006.01)i, C07D401/14(2006.01			
	.4(2006.01)i, CO/D401/14(2006.01)1, CU/D413/U4(2006.01)1,	
	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	al classification and IPC		
B. FIELDS SE	<u> </u>			
	nentation searched (classification system followed by cl	assification symbols)		
C07D401/0	4, A61K31/4439, A61K31/444, A6		07D413/04,	
C07D413/1	4			
Documentation s	searched other than minimum documentation to the extension	ent that such documents are included in t	he fields searched	
		tsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2006	
Kokai J	itsuyo Shinan Koho 1971-2006 To	roku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2006	
Electronic data b	pase consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search	terms used)	
CAplus	(STN), REGISTRY(STN)			
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
A	JP 2004-529154 A (Torrent Ph	narmaceuticals	1-15,17	
21	Ltd.),	armaccacrears	1 13,1,	
	24 September, 2004 (24.09.04)),		
	Full text			
	,	2439593 A1 1373263 B1		
		2003/045554 A1		
A	US 2003/0114491 A1 (Korea In	stitute of Science	1-15,17	
	and Technology),			
	19 June, 2003 (19.06.03), Full text			
		2003034822 A		
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special cates	gories of cited documents:	"T" later document published after the inter	national filing date or priority	
"A" document de	efining the general state of the art which is not considered to dar relevance	date and not in conflict with the applicat the principle or theory underlying the in-	ion but cited to understand	
"E" earlier applie	cation or patent but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the cleonsidered novel or cannot be considered.		
"L" document w	which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone		
	ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cla considered to involve an inventive ste		
	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	combined with one or more other such d being obvious to a person skilled in the	ocuments, such combination	
"P" document pu priority date	ablished prior to the international filing date but later than the claimed	"&" document member of the same patent fa		
- •				
	al completion of the international search	Date of mailing of the international sea		
11 Dec	ember, 2006 (11.12.06)	19 December, 2006	(19.12.06)	
	ng address of the ISA/	Authorized officer		
Japane	se Patent Office			
Facsimile No.		Telephone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2006/321678

		/JP2006/321678
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage	es Relevant to claim No.
A	WO 2004/033432 Al (SSP Co., Ltd.), 22 April, 2004 (22.04.04), Full text & AU 2003271117 Al & JP 2004-542837 A	1-15,17
A	Full text	1-15,17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2006/321678

Box No. II	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
1. X Claim becau	al search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons: as Nos.: 16 as they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 16 pertains to methods for treatment of the human body by therapy.
becau	ns Nos.: se they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an that no meaningful international search can be carried out, specifically:
	ns Nos.: use they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box No. III	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This internatio	nal Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1. As all	required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
2. As all	searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of Iditional fee.
3. As on	ly some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers hose claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
	quired additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is cted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Pi	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, payment of a protest fee
	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
	No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl. C07D401/04 (2006. 01) i, A61K31/4439 (2006. 01) i, A61K31/444 (2006. 01) i, A61P31/10 (2006. 01) i, C07D401/14 (2006. 01) i, C07D413/04 (2006. 01) i, C07D413/14 (2006. 01) i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl. C07D401/04, A61K31/4439, A61K31/444, A61P31/10, C07D401/14, C07D413/04, C07D413/14

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2006年

日本国実用新案登録公報 1996-2006年

日本国登録実用新案公報 1994-2006年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAplus (STN), REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー *	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2004-529154 A(トレンド・ファーマシューティカルズ・リミテッド)2004.09.24,全文	1-15, 17
	& WO 2002/085897 A1 & CA 2439593 A1 & EP 1373263 A1 & EP 1373263 B1 & CN 1498217 A & US 2003/045554 A1	
A	US 2003/0114491 A1 (Korea Institute of Science and Technology) 2003.06.19,全文 & US 6759419 B2 & KR 2003034822 A	1–15, 17

▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

11.12.2006

国際調査報告の発送日

19.12.2006

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

4P | 8517

今村 玲英子

電話番号 03-3581-1101 内線 3492

第Ⅱ欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
法第8条 成しなな	第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作 いった。
1. 🔽	請求の範囲 16 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
	っまり、 請求の範囲16は治療による人体の処置方法に関するものである。
2.	請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3.	請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅲ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次に过	べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 🗂	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調本	至手数料の異議の申立てに関する注意
r r	道加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間 内に支払われなかった。 道加調査手数料の納付を伴う異議申立てがなかった。

C (続き). 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	WO 2004/033432 A1 (SSP Co., Ltd) 2004.04.22, 全文 & AU 2003271117 A1 & JP 2004-542837 A	1-15, 17	
	WO 2004/033432 A1 (SSP Co., Ltd) 2004.04.22, 全文		